(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2004 年9 月10 日 (10.09,2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/076420 A1

(51) 国際特許分類⁷: C07D 213/75, 213/80, 231/40, 239/42, 241/20, 237/20, 277/46, 285/12, 285/08, 417/12, 401/12, 261/14, 271/07, 249/04, 513/04, A61K 31/415, 31/42, 31/426, 31/427, 31/433, 31/437, 31/44, 31/4402, 31/4439, 31/444, 31/454, 31/4965, 31/505, 31/415, 31/4245, 31/4192, 31/429, 31/455, 31/433, 31/4245, 31/495, A61P 3/04, 3/10, 43/00

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/002284

(22) 国際出願日:

2004年2月26日(26.02.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願2003-049466 2003年2月26日(26.02.2003) JP

特願2004-031298 2004 年2 月6 日 (06.02.2004) JP

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 萬有製薬株式会社 (BANYU PHARMACEUTICAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1038416 東京都中央区日本橋本町2-2-3 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

- (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 飯野 智晴 (IINO, Tomoharu) [JP/JP]; 〒3002611 茨城県つくば市大久保 3番地萬有製薬株式会社 つくば研究所 Ibaraki (JP). 橋本 憲明 (HASHIMOTO, Noriaki) [JP/JP]; 〒3002611 茨城県つくば市大久保3番地萬有製薬株式会社 つく ば研究所 Ibaraki (JP). 中嶋弘 (NAKASHIMA, Hiroshi) [JP/JP]; 〒3002611 茨城県つくば市大久保3番地萬 有製薬株式会社 つくば研究所 [baraki (JP). 高橋 啓 治 (TAKAHASHI, Keiji) [JP/JP]; 〒3002611 茨城県つ くば市大久保3番地萬有製薬株式会社 つくば研 究所 Ibaraki (JP). 西村 輝之 (NISHIMURA, Teruyuki) [JP/JP]; 〒3002611 茨城県つくば市大久保3番地萬 有製薬株式会社 つくば研究所 Ibaraki (JP). 永木 淳一 (EIKI, Jun-ichi) [JP/JP]; 〒3002611 茨城県つくば市大 久保3番地萬有製薬株式会社 つくば研究所 Ibaraki (JP).
- (74) 共通の代表者: 萬有製薬株式会社 (BANYU PHAR-MACEUTICAL CO., LTD.); 〒1038416 東京都中央区日本橋本町2-2-3 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA,

/続葉有/

(54) Title: HETEROARYLCARBAMOYLBENZENE DERIVATIVE

(54) 発明の名称: ヘテロアリールカルパモイルベンゼン誘導体



a...RING A c...RING A b...RING B d...RING B

(57) Abstract: A compound represented by the following formula (I): (I) [wherein X^1 represents oxygen, etc.; X^2 represents oxygen, etc.; R^1 represents an alkylsulfonyl or another group on the ring Λ ; R^2 represents, e.g., $C_{3.7}$ cyclic alkyl optionally substituted by halogeno, etc.; R^3 represents a substituent on the ring B, e.g., lower alkyl; the formula (II) [Chemical formula 1] (II) represents 6- to 10-membered aryl, etc.; and the formula (III) [Chemical formula 1] (III) represents a mono- or bicyclic heteroaryl which optionally has a substituent represented by the R^3 in the ring B and in which the carbon atom bonded to the nitrogen atom of the amide group in the formula (I) forms C=N in cooperation with the nitrogen atom of the ring) or a pharmaceutically acceptable salt of the compound. The compound and salt function to activate glucokinase and are useful as a therapeutic agent for diabetes.

NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE,

SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

[続葉有]

(57) 要約:

本発明は、グルコキナーゼ活性化作用を有し、糖尿病の治療剤として有用な下記式(I)

5 (I)

(式中、式中、X¹は酸素原子等を示し、X²は酸素原子等を示し、R¹は、アルキルスルホニル基等のA環上の基を示し、R²はハロゲン原子等で置換されていてもよい、炭素数3万至7の環状のアルキル基等を示し、R³は低級アルキル基等のB環上の置換基を示し、式(II)

10 【化1】



は、6乃至10員のアリール基等を示し、式(III)

【化1】



15 は、前記R³で示される置換基をB環内に有していてもよい、式(I)のアミド基の窒素原子と結合した該B環中の炭素原子が、該環中の窒素原子と共にC=Nを形成する、単環の又は双環のヘテロアリール基]で表される化合で表される化合物又はその薬学的に許容される塩に関する。

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類: 一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

明細書

ヘテロアリールカルバモイルペンゼン誘導体

5 技術分野

本発明は、ヘテロアリールカルバモイルペンゼン誘導体を有効成分として含有 するグルコキナーゼ活性化剤に関する。さらに、新規なヘテロアリールカルバモ イルベンゼン誘導体に関する。

10 背景技術

15

20

グルコキナーゼ(GK)(ATP: D-hexose $_{i}$ 6-phosphot ransferaze, EC2. 7. 1. 1)は、哺乳類の4種のヘキソキナーゼのうちの一つ(ヘキソキナーゼ $_{i}$ 1 V)である。ヘキソキナーゼは、解糖系の一番はじめの段階の酵素でグルコースからグルコース 6 燐酸への反応を触媒する。

グルコキナーゼは、主に肝臓と膵臓ベータ細胞に発現が限局しており、それらの細胞のグルコース代謝の律速段階を制御することで、体全体の糖代謝に重要な役割を果たしている。肝臓と膵臓ベータ細胞のグルコキナーゼは、それぞれスプライシングの違いによりN末15アミノ酸の配列が異なっているが、酵素学的性質は同一である。グルコキナーゼ以下の3つのヘキソキナーゼ(I, II, II)は、1mM以下のグルコース濃度で酵素・活性が飽和してしまうのに対し、グルコキナーゼのグルコースに対するKmは、8mMと生理的な血糖値に近い。従って、正常血糖(5mM)から、食後血糖上昇(10-15mM)の血糖変化に呼応した形でグルコキナーゼを介した細胞内グルコース代謝の亢進が起こる。

10年ほど前から、グルコキナーゼは膵臓ベータ細胞や肝臓のグルコースセン サーとして働くという仮説が提唱された(例えば、ガーフィンケル(Garfinkel D)ら著、「コンピュータ モデリング アイデンティファイズ グルコキナーゼ アズ グルコース センサー オブ パンクレアティック ベータ セルズ (Computer modeling identifies glucokinase as glucose sensor of panc

reatic beta-cells)」、アメリカン ジャーナル フィジオロジー (American Journal Physiology)、第247巻 (3Pt2) 1984年、p527-536)。

最近のグルコキナーゼ遺伝子操作マウスの結果から、実際にグルコキナーゼは 全身のグルコース恒常性に重要な役割を担うことが明らかになっている。グルコ キナーゼ遺伝子を破壊したマウスは生後まもなく死亡する(例えば、グルペ(G rupe A) ら著、「トランスジェニック ノックアウツ リビール ア ク リティカル リクワイヤメント フォー パンクレアティク ベータ セルズ グルコキナーゼ イン メインテイニング グルコース ホメオスタシス (Tr 10 ansgenic knockouts reveal a critical requirement for pancreatic beta cell glucokinase in maintaining glucose h omeostasis)」、セル (Cell)、第83巻、1995年、p69 78)が、一方グルコキナーゼを過剰発現させた正常及び糖尿病マウスは血糖 値が低くなる (例えば、フェレ (Ferre T) ら著、「コレクション ディ 15 アペティック アルターネイションズ バイ グルコキナーゼ (Correct ion of diabetic alterations by gluco kinase)」、プロシーディングズ オブ ザ ナショナル アカデミー オ ブ サイエンシィズ オブ ザ ユーエスエー (Proceedings of the National Academy of Sciences of 20 the U.S.A.)、第93巻、1996年、p7225-7230)。グ ルコース濃度上昇によって、膵臓ベータ細胞と肝細胞の反応は、異なるがいずれ も血糖を低下させる方向に対応する。膵臓ベータ細胞は、より多くのインスリン を分泌するようになるし、肝臓は糖を取り込みグリコーゲンとして貯蔵すると同 25 時に糖放出も低下させる。

このようにグルコキナーゼ酵素活性の変動は、肝臓および膵臓ベータ細胞を介した哺乳類のグルコースホメオスタシスにおいて重要な役割を果たしている。MODY2 (maturity-onset diabetes of the young) と呼ばれる若年に糖尿病を発症する症例においてグルコキナーゼ費

伝子の突然変異が発見され、グルコキナーゼ活性の低下が血糖上昇の原因となっている(例えば、ビオンネット(Vionnet N)ら著、「ノンセンス ミューテイション イン ザ グルコキナーゼ ジーン コージィーズ アーリーーオンセット ノンーインシュリンーディペンデント ディアベテス メリィタ ス (Nonsense mutation in the glucokina se gene causes early-onset non-insulin-dependent diabetes mellitus)、ネイチャー ジェネティクス(Nature Genetics)、第356巻、1992年、p721-722)。

一方グルコキナーゼ活性を上昇させる突然変異をもつ家系も見つかっており、このような人たちは低血糖症状を示す (例えば、グレイサー (Glaser B) ら著、「ファミリアル ハイパーインシュリニズム コーズド バイ アン アクティベイティング グルコキナーゼ ミューテイション (Familial hyperinsulinism caused by an activat ing glucokinase mutation)」、ニュー イングランド ジャーナル メディスン (New England Journal Medicine)、第338巻、1998年、p226-230)。

これらのことからグルコキナーゼはヒトでもグルコースセンサーとして働き、 グルコース恒常性に重要な役割を果たしている。一方多くの I I 型糖尿病患者で グルコキナーゼセンサーシステムを利用した血糖調節は可能と考えられる。グル コキナーゼ活性化物質には膵臓ベータ細胞のインスリン分泌促進作用と肝臓の糖 取り込み亢進および糖放出抑制作用が期待できるので、 I I 型糖尿病患者の治療 薬として有用と考えられる。

20

近年、膵臓ベータ細胞型グルコキナーゼがラット脳の、中でも特に摂食中枢(Ventromedial hypothalamus, VMH)に限局して発現していることが明らかにされた。VMHの約2割の神経細胞は、グルコースレスポンシブニューロンと呼ばれ、従来から体重コントロールに重要な役割を果たすと考えられてきた。ラットの脳内へグルコースを投与すると摂食量が低下するのに対して、グルコース類縁体のグルコサミン脳内投与によってグルコース代謝抑

10

20

25

制すると過食となる。電気生理学的実験からグルコースレスポンシブニューロンは生理的なグルコース濃度変化(5-20mM)に呼応して活性化されるがグルコサミン等でグルコース代謝抑制すると活性抑制が認められる。VHMのグルコース濃度感知システムには膵臓ベータ細胞のインスリン分泌と同様なグルコキナーゼを介したメカニズムが想定されている。従って肝臓、膵臓ベータ細胞に加えVHMのグルコキナーゼ活性化を行う物質には血糖是正効果のみならず、多くのII型糖尿病患者で問題となっている肥満をも是正できる可能性がある。

上記の記載から、グルコキナーゼ活性化作用を有する化合物は、糖尿病の治療 剤及び/又は予防剤として、或いは、網膜症、腎症、神経症、虚血性心疾患、動 脈硬化等の糖尿病の慢性合併症の治療及び/又は予防剤として、更には肥満の治 療及び/又は予防剤として有用である。

本発明に係るヘテロアリールカルバモイルベンゼン誘導体(I)と同じベンゼン環の3及び5位の位置に置換基を有する化合物としては、下記(IV)

15 (IV)

で表される化合物が記載されている。該化合物は、ヘテロアリールカルバモイルベンゼン環の3位及び5位は、共にtertープチル基であり、本発明に係る化合物が有する3位及び5位にアルキル基を有する場合はない。また、カルバモイル基の窒素原子に結合しているイミダゾー[1,2-a]ピリジンを有しているが、該イミダゾー[1,2-a]ピリジル基のピリジン環に含まれるNの位置とカルバモイル基との相対的な位置関係は、本発明に係る化合物の有するカルバモイル基とヘテロアリール基の有する窒素原子との相対的な位置関係とは異なる(例えば、特表平11-505524号公報)。

さらに、ヘテロアリールカルバモイルベンゼン誘導体のベンゼン環上に2つの置換基を有する化合物としては、下記式 (V)

(V)

で表される化合物が記載されている(例えば、特表2001-526255号公報)。

炭素原子の隣に位置するのに対して、上記特許文献 2 に記載された化合物では、カルバモイル基の窒素原子と結合するピリジン環中の炭素原子とさらに、炭素原子を1つ介して窒素原子が結合している点において異なり、かつ、メトキシ基の結合位置が本発明に係る化合物の結合位置とは異なる。

15 式(VI)

で表される化合物が記載されている(例えば、特表2002-509536号公報)。

上記特許文献3に記載されている化合物は、ベンゼン環上の2つの置換基の一方 20 に、2-メチルー4-ヨードーフェニルアミノ基を有し、かつ、カルバモイル基 の窒素原子に結合した炭素原子の隣に窒素原子を有している点で、本発明に係る 化合物の構造と共通するが、該2-メチル-4-ヨードーフェニルアミノ基とカ カルバモイル基との位置関係が本発明に係る化合物の位置関係と異なること、及 び、ベンゼン環上の2つの置換基の他方にフルオロ基を有しているが、本発明に 係る化合物はベンゼン環上の置換基には、ハロゲン原子が含まれていない点で異 なる。

発明の開示

5

10 本発明者らは、上記既存の薬剤とは異なる作用により、既存の糖尿病薬を上回る 薬効を有し、かつ、新たな薬効を有する新規糖尿病薬を開発すべく、鋭意研究し た結果、式(I)で表される化合物がグルコキナーゼ活性化作用を有することを 見出し、本発明を完成するに至った。すなわち、本発明は、

(1) 式(I)

15 (1)

20

[式中、X¹は酸素原子、硫黄原子又はNHを示し、X²は酸素原子、硫黄原子又はCH₂を示し、R¹は、アルキルスルホニル基、アルカノイル基、低級アルキル基、ヒドロキシアルキル基、ヒドロキシ基、アルキルカルバモイル基、アルキルスルファモイル基、ジアルキルスルファモイル基、アルキルチオ基、アルコキシカルボニル基、バロゲン原子、アルカノイルアミノアルキル基、アルコキシカルボニルアミノアルキル基、アルコキシカルボニルアミノアルキル基、アルコキシカルボニルアミノアルキル基、アルコキシカルボニルアミノアルキル基、アルコキシカルボニルアミノアルキル基、シアノ基及びトリフルオロメチル基からなる群より選択される1又は2のA環上に有していてもよい置換基を示し、R²はハロゲン原子、カルボキシル基、アルコキシカルボニ

10

ル基、ヒドロキシ基、アミノ基(該アミノ基は、さらに1若しくは2のアルカノイル基又は低級アルキル基で置換されていてもよい)、アルコキシ基及びNーアルキルカルバモイル基からなる群より選択される置換基を有していてもよい、炭素数3乃至7の環状のアルキル基(該環を構成する炭素原子(該環を構成する炭素原子のうち、X²と結合する炭素原子を除く)の1つが、酸素原子、NH、Nーアルカノイル基又はCONHで置き換わっていてもよい))、直鎖若しくは分岐の低級アルキル基又は低級アルケニル基を示し、R³は低級アルキル基、アルコキシ基、アルキルアミノ基、低級ジアルキルアミノ基、ハロゲン原子、トリフルオロメチル基、ヒドロキシアルキル基(該ヒドロキシアルキル基中のヒドロキシ基の水素原子は、低級アルキル基で置換されていてもよい)、アミノアルキル基、アルカノイル基、カルボキシル基、アルコキシカルボニル基及びシアノ基から選択される1又は2のB環上に有していてもよい置換基を示し、式(II)



15 は、前記R¹で示される置換基を環内に1又は2有していてもよい、6乃至10 員のアリール基又は5乃至7員のヘテロアリール基を示し、式(III)



は、前記R³で示される置換基をB環内に1又は2有していてもよい、式(I) 20 のアミド基の窒素原子と結合した該B環中の炭素原子が、該環中の窒素原子と共 にC=Nを形成する、単環の又は双環のヘテロアリール基]で表される化合物又 はその薬学的に許容される塩、

- (2) X^1 がO又はSであり、かつ、 X^2 がO又は CH_2 である前記(1)記載の 化合物、
- 25 (3) A環がフェニル基又は5乃至6員のヘテロアリール基である前記(2)記

載の化合物、

- (4) A環がフェニル基である前記(2)記載の化合物、
- (5) A環が5乃至6員のヘテロアリール基である前記(2)記載の化合物、
- (6) R¹が水素原子、アルキルスルホニル基、アルカノイル基、ヒドロキシアルキル基、アルキルカルバモイル基、アルキルスルファモイル基、ジアルキルスルファモイル基、ジアルキルスルバモイル基、アルコキシカルボニルアミノ基、ハロゲン原子、アルカノイルアミノアルキル基、アルキルスルホニルアミノアルキル基、アルコキシカルボニルアミノアルキル基である前記(4)又は(5)のいずれかに記載の化合物、
- 10 (7) R¹がアルキルスルホニル基、アルカノイル基、ヒドロキシアルキル基、アルカノイルアミノアルキル基、アルキルスルホニルアミノアルキル基、アルコキシカルボニルアミノアルキル基である前記(4)記載の化合物、
 - (8) R^1 がアルキルスルホニル基、アルカノイル基、ヒドロキシアルキル基である前記(4)記載の化合物、
- 15 (9)前記R³で示されるB環の置換基を該環内に1又は2有していてもよい、前記式(I)のアミド基の窒素原子と結合した該B環中の炭素原子が、該環中の窒素原子と共にC=Nを形成する、単環又は双環のヘテロアリール基(該ヘテロアリール基が、5-アルコキシカルボニルーピリジン-2-イル基又は、5-カルボキシルーピリジン-2-イル基である場合を除く)である前記(3)乃至(8) 記載の化合物、
 - (10) B環が、式(I)のアミド基の窒素原子と結合した該環中の炭素原子と 共にC=Nを形成する窒素原子の他に、B環内に窒素原子、硫黄原子及び酸素原 子からなる群より選択されるヘテロ原子を少なくとも1有する、前記(7)に記 載の化合物、
- 25 (11) R²がハロゲン原子、カルボキシル基、アルコキシカルボニル基、ヒドロキシ基、アミノ基(該アミノ基は、さらに1又は2の低級アルキル基で置換されていてもよい)、アルコキシ基、N-アルキルカルバモイル基又はアルカノイルアミノ基で置換されていてもよい、炭素数3乃至7の環状のアルキル基(該環を構成する炭素原子の1つが、酸素原子、NH又はN-アルカノイル基で置換さ

れていてもよい)、直鎖若しくは分岐の低級アルキル基又は低級アルケニル基である前記(1)乃至(10)のいずれかに記載の化合物、

(12) B環が、チアゾリル基、イミダゾリル基、イソチアゾリル基、チアジア ゾリル基、トリアゾリル基、オキサゾリル基、イソキサゾリル基、ピラジニル基、

ピリダジニル基、ピラゾリル基、ピリミジニル基、ピリドチアゾリル基又はベン ゾチアゾリル基である前記(1)乃至(11)のいずれかに記載の化合物、

(13) R³が低級アルキル基、アルコキシ基、ハロゲン原子、ヒドロキシアルキル基(該ヒドロキシアルキル基中のヒドロキシ基の水素原子は、低級アルキル基で置換されていてもよい)、アミノアルキル基又はアルカノイル基である前記(1) 乃至(12)のいずれかに記載の化合物、

(14) R³が低級アルキル基、ヒドロキシアルキル基(該ヒドロキシアルキル基中のヒドロキシ基の水素原子が、低級アルキル基で置換されていてもよい)である前記(1) 乃至(12) のいずれかに記載の化合物、

(15)式(I)

5

10

15 (1)

20

[式中、各記号は前記定義に同じ]で表される化合物が、5-イソプロポキシー3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-(4-メチルチアゾール-2-イル)-ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシー1-メチルーエトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-チアゾール-2-イルーベンズアミド、5-エトキシー3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-(4-メトキシメチルーチアゾール-2-イル)ベンズアミド、5-シクロペンチルオキシー3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-チアゾール-2-イルーベンズアミド、3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-(テトラヒドロフラ

ン-3-イルオキシ)-N-チアゾール-2-イルーベンズアミド、3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -5-(2-メトキシ-1-メチル-エトキシ) -N-チアゾール-2-イルーペンズアミド、3-(4-メタンスルホニルフェ ノキシ) -5- (2-メトキシ-1-メトキシメチル-エトキシ) -N-チアゾ ールー2-イルーベンズアミド、3-(2-フルオロー4-メタンスルホニルフ 5 ェノキシ) -5-イソプロポキシ-N-チアゾール-2-イルーペンズアミド、 3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-(1-メトキシメチループロポ キシ) -N-(4-メチルーチアゾール-2-イル) -ベンズアミド、5-イソ プロポキシー3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-ピラゾール-3-イルーベンズアミド、5-イソプロポキシ-3-(4-メタンスルホニルフェノ 10 キシ) -N-ピラジン-2-イル-ベンズアミド、3-(4-メタンスルホニル フェノキシ) -5-(3-メトキシ-1-メチル-プロポキシ) -N-チアゾー ルー2-イルーベンズアミド、5-(3-ヒドロキシー1-メチループロポキシ) -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-チアゾール-2-イルーベン ズアミド、5 -イソプロポキシ-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N 15 - ピリミジン-4-イルーベンズアミド、5-イソプロポキシ-3-(4-メタ ンスルホニルフェノキシ) - N - (ピリミジン - 2 - イル) - ベンズアミド、N - (4-ヒドロキシメチルーチアゾールー2-イル)-5-イソプロポキシー3 (4-メタンスルホニルフェノキシ)ーベンズアミド、N-(イソオキサゾー ルー3-イル)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-(1-メトキ 20 シメチループロポキシ)ーベンズアミド、3-(4-メタンスルホニルフェノキ シ) -5- (1-メトキシメチループロポキシ) -N- [1, 3, 4] チアジア ゾール-2-イルーベンズアミド、5-(1-ヒドロキシメチループロポキシ) -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-(4-メチルーチアゾール-2-イル) -ベンズアミド、N-(4-ヒドロキシメチルーチアゾールー2-イ 25ル) -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -5-(1-メトキシメチル-プロポキシ)ーベンズアミド、5-(2-アミノ-1-メチルーエトキシ)-3 - (4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-チアゾール-2-イルーベンズア ミド、5-(2-ジメチルアミノ-1-メチル-エトキシ)-3-(4-メタン

スルホニルフェノキシ)-N-チアゾール-2-イル-ペンズアミド、5-(2 ーヒドロキシープロポキシ) -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -N-(4-メチル-チアゾール-2-イル) -ベンズアミド、3-(4-メタンスル ホニルフェノキシ) -5-(2-メトキシープロポキシ) -N-(4-メチルー **- チアゾールー2-イル)-ベンズアミド、5-イソプロポキシ-3-(4-メタ** ンスルホニルフェノキシ)-N-(チアゾロ[5,4-b]ピリジン-2-イル) ーベンズアミド、5-(2-ヒドロキシメチルーアリル)-3-(4-メタンス ルホニルフェノキシ)-N-チアゾール-2-イル-ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシー1-メチルーエトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) 10 - N - チアゾロ [5, 4 - b] ピリジン- 2 - イル-ベンズアミド、5 - (3 -ヒドロキシー2-メチループロピル)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -N-チアゾール-2-イルーペンズアミド、3-(4-メタンスルホニルフェ ノキシ)-N-(4-メチル-チアゾール-2-イル)-5-(ピペリジン-4 - イルーオキシ)- ベンズアミド塩酸塩、5 - (1 - アセチルーピペリジン- 4 ーイルオキシ) - 3 - (4 - メタンスルホニルフェノキシ) - N - (4 - メチル 15 ーチアゾールー2ーイル)ーベンズアミド、2-[3-(4-メタンスルホニル フェノキシ)-5-(4-メチル-チアゾール-2-イル-カルバモイル)-フ ェノキシ]プロピオン酸、5-(3-ヒドロキシ-1-メチル-プロポキシ)-3 - (4 - メタンスルホニルフェノキシ) - N - チアゾール - 2 - イルーベンズ 20 アミド、3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-(1-メチルカルバモ イルーエトキシ) - N - (4 - メチルーチアゾール - 2 - イル) - ベンズアミド、 5-(2-アセチルアミノ-1-メチル-エトキシ)-3-(4-メタンスルホ ニルフェノキシ)-N-チアゾール-2-イルーペンズアミド、N-[4-(1 ーヒドロキシーエチル)ーチアゾールー2ーイル] -5-イソプロポキシー3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-25 1-メチル-エトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-ピリ ジン-2-イルーベンズアミド、5-(2-ヒドロキシーエトキシ)-3-(4 ーメタンスルホニルフェノキシ) -N-チアゾール-2-イルーペンズアミド、 5-(2-ヒドロキシーシクロペンチルオキシ)-3-(4-メタンスルホニル

フェノキシ) -N-チアゾール-2-イル-ベンズアミド、N-(4-アセチル ーチアゾールー2ーイル)ー5ー(2ーヒドロキシー1ーメチルーエトキシ)ー 3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-ベンズアミド、5-(2-ヒドロキ シー1ーメチルーエトキシ) -N-(4-ヒドロキシメチルーチアゾールー2-イル) -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -ベンズアミド、N-[4-(1-ヒドロキシーエチル)-チアゾール-2-イル]-5-(2-ヒドロキシ -1-メチルーエトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-ベンズ アミド、3-(3-フルオロ-4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-(2-ヒドロキシー1ーメチルーエトキシ) - N - チアゾールー2 - イルーベンズアミ 10 ド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-(4-メタンスルホ ニルフェノキシ)-N-(5-メチルーチアゾール-2-イル)ベンズアミド、 5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-(4-メタンスルホニル フェノキシ)-N-([1, 2, 4] チアジアゾール-5-イル) -ベンズアミ ド、N-(4-ヒドロキシメチルーチアゾール-2-イル)-3-(4-メタン 15 スルホニルフェノキシ)-5-(2-メトキシ-1-メチル-エトキシ)-ベン ズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-3-(4-メタン スルホニルフェノキシ)-N-(5-メトキシカルボニル-ピリジン-2-イル) ーペンズアミド、6-[5-イソプロポキシ-3-(4-メタンスルホニルフェ ノキシ) -ベンゾイルアミノ] ニコチン酸、5-(2-ヒドロキシ-1-メチル 20 ープロポキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-チアゾール-**2ーイルーベンズアミド、5ー(2ーヒドロキシー1-メチルーエトキシ)-N** ー(イソキサゾールー3ーイル)ー3ー(4ーメタンスルホニルフェノキシ)ー ペンズアミド、N-(5-ヒドロキシメチル-チアゾール-2-イル)-5-イ ソプロポキシー3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-ベンズアミド、N-25 [4-(1-ヒドロキシーエチル)-チアゾール-2-イル]-3-(4-メタ ンスルホニルフェノキシ) -5-(2-メトキシ-1-メチル-エトキシ) -ベ ンズアミド、N-(4-ヒドロキシメチルーチアゾールー2-イル)-3-(**4** ーメタンスルホニルフェノキシ) -5- (テトラヒドロフラン-3-イルーオキ シ)ーベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-3-(4

-メタンスルホニルフェノキシ) -N-(2-メチルチアゾール-4-イル) -ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-(4-メ タンスルホニルフェノキシ) -N-(4-メトキシメチル-チアゾール-2-イ ル)-ベンズアミド、N- [4-(1-ヒドロキシ-エチル)-チアゾール-2 -イル] -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -5-(2-メトキシ-1 ーメチルーエトキシ) ーペンズアミド、N-[4-(1-ヒドロキシーエチル) ーチアゾールー2ーイル]-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-(テ トラヒドロフラン-3-イルーオキシ) -ペンズアミド、N-[4-(1-ヒド ロキシーエチル) ーチアゾールー2ーイル] -3-(4-メタンスルホニルフェ ノキシ) -5- (テトラヒドロフラン-3-イル-オキシ) -ペンズアミド、N 10 - (2,5-ジメチルチアゾール-4-イル)-5-(2-ヒドロキシ-1-メ チルーエトキシ) -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -ペンズアミド、 5-イソプロポキシ-3-(4-メトキシカルボニルアミノメチルフェノキシ) - Nーチアゾールー2ーイルーベンズアミド、5ーイソプロポキシー3ー(4-15 メチルカルバモイルーフェノキシ)-N-チアゾール-2-イルーベンズアミド、 3-(4-ジメチルカルバモイル-フェノキシ)-5-イソプロポキシ-N-チ アゾール-2-イルーベンズアミド、5-イソプロポキシ-3-(4-メチルカ ルポニルアミノメチルーフェノキシ)-N-チアゾール-2-イル-ベンズアミ ド、5-イソプロポキシ-3-(4-メタンスルホニルアミノメチル-フェノキ シ) -N-チアゾール-2-イルーベンズアミド、<math>3-[4-(1-ヒドロキシ20 -プロピル) -フェノキシ] -5-イソプロポキシ-N-チアゾール-2-イル ーペンズアミド、6-[3-イソプロポキシ-5-(チアゾール-2-イルカル バモイル) - フェノキシ] -ニコチン酸メチルエステル、3-(5-ヒドロキシ メチルーピリジン-2-イルーオキシ)-5-イソプロポキシ-N-チアゾール - 2 - イルーペンズアミド、5 - イソプロポキシ-3-(5-メタンスルホニル 25 ピリジン-2-イル) -N-チアゾール-2-イルーベンズアミド、3-(5-アセチルーピリジンー2ーイルーオキシ)-5-イソプロポキシ-Nーチアゾー ルー2-イルーベンズアミド、5-イソプロポキシー3-(5-メトキシカルボ ニルーピラジンー2-イルーオキシ)-N-チアゾールー2-イルーベンズアミ

ド、3-(5-シアノーピリジン-2-イルーオキシ)-5-イソプロポキシー N-チアゾール-2-イルーベンズアミド、5-イソプロポキシ-3-(2-オ キソー1, 2-ジヒドローピリジン-4-イルーオキシ)-N-チアゾール-2 ーイルーペンズアミド、5ーイソプロポキシー3ー(2ーオキソー1, 2ージヒ ドローピリジンー3ーイルーオキシ) - N - チアゾールー2 - イルーベンズアミ ド、5-イソプロポキシ-3-(2-オキソ-1,2-ジヒドローピリジン-3 -イルーオキシ)-N-チアゾロ[5,4-b]ピリジン-2-イルーベンズア ミド、5-イソプロポキシ-3-([1,3,4]チアジアゾール-2-イルス ルファニル)-N-チアゾロ[5,4-b]-ピリジン-2イルーベンズアミド、 5-イソプロポキシ-3-(4-メチルー[1, 2, 4]トリアゾール-3-イ 10 ルスルファニル) - N - チアゾール - 2 - イル - ペンズアミド、5 - イソプロポ キシー3-チアゾールー2-イルスルファニル-N-チアゾールー2-イルーベ ンズアミド、5-イソプロポキシ-3-(4H-[1, 2, 4]トリアゾールー 3-イルスルファニル)-N-チアゾール-2-イルーベンズアミド、5-イソ プロポキシー3-([1,3,4]チアジアゾール-2-イルスルファニル)-15 N-チアゾール-2-イルーベンズアミド、5-イソプロポキシ-3-(5-メ チルスルファニルー[1,3,4]チアジアゾールー2ーイルスルファニル)ー N-チアゾール-2-イルーベンズアミド、5-イソプロポキシ-3-(5-メ チルー[1, 3, 4] チアジアゾールー2-イルスルファニル)-Nーチアゾー ルー2-イルーベンズアミド、5-(テトラヒドロフラン-3-イルーオキシ) 20 -N-チアゾール-2-イル-3-(4H-[1, 2, 4]トリアゾール-3-イルスルファニル)ーベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエト キシ) -N- (4-メチル-チアゾール-2-イル) -3-([1, 3, 4] チ アジアゾール-2-イルスルファニル)-ベンズアミド、5-(3-ヒドロキシ -1-メチループロポキシ)-N-(4-メチルーチアゾールー2-イル)-3 25 ([1, 3, 4] チアジアゾールー2ーイルスルファニル)ーベンズアミド、 5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-([1, 3, 4] チアジ アゾールー2ーイルスルファニル)-N-チアゾールー2ーイルーペンズアミド、 5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-(4-メタンスルホニル WO 2004/076420 PCT/JP2004/002284

フェニルスルファニル) - N - チアゾール - 2 - イル - ベンズアミド、3 - (3 ーフルオローフェニルチオ) -5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ) -N-チアゾール-2-イル-ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチ ルーエトキシ) -3-(ピリジン-4-イルスルファニル)-Nーチアゾールー 2-イルーベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-3 - (6-メチルーピリジン-3-イルスルファニル)-N-チアゾール-2-イ ルーベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-3-(4 -メタンスルホニルフェノキシ)-N-(3-メチル-[1, 2, 4]-チアジ アゾール-5-イル) -ベンズアミド、N-[3-ヒドロキシメチル-1, 2, 10 4-チアジアゾール-5-イル]-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-(2-メトキシ-1-メチル-エトキシ)ベンズアミド、5-(3-ヒドロ キシ-1-メチルエトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-[5-メチル-1, 2, 4-チアジアゾール-3-イル] ベンズアミド、5-(ヒ ドロキシー1ーメチルエトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-(3-メトキシ-1, 2, 4-チアジアゾール-5-イル)ベンズアミド、 15 5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-3-(4-メタンスルホニル フェノキシ)-N-(1,2,5-チアジアゾール-3-イル)ペンズアミド、 5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-3-(4-メタンスルホニル フェノキシ) -N-(4-トリフルオロメチル-チアゾール-2-イル) ベンズ アミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-(4-メタンス 20 ルホニルフェノキシ)-N-(4,5,6,7-テトラヒドロベンゾチアゾール -2-イル)ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-(ピリダジン-3-イル)-ベ ンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-N-(3-イソ プロピルー[1, 2, 4] ートリアゾールー5ーイル) -3- (4-メタンスル 25ホニルフェノキシ)ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキ シ) -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-(3-メチルー[1, 2,4] -オキサジアゾール-5-イル) ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1

-メチル-エトキシ) -N- [4- (1-ヒドロキシ-1-メチル-エチル) -

チアゾールー2-イル]-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)ベンズアミ ド、N- (4-シアノーチアゾール-2-イル) -5- (2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)ベンズアミド、 5-(2-ヒドロキシー1-メチルーエトキシ)-3-(4-メタンスルホニル フェノキシ) -N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル) ベンズアミド、 5-(1-ヒドロキシメチループロポキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェ ノキシ) -N-(ピリジン-2-イル)ペンズアミド、5-(2-ヒドロキシー 1-メチルーエトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-(5 ーメチルーイソチアゾールー3ーイル)ベンズアミド、5-(3-ヒドロキシー シクロペンチルオキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-(チ 10 アゾールー2ーイル)ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシー1-メチルーエト キシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-(5-メトキシ-チア ゾールー2ーイル)ベンズアミド、5-(1-ヒドロキシメチル-2-メチル-プロポキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-(チアゾール-2-イル) ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-3 15 - (4-メタンスルホニルフェノキシ)-N- (1H-[1, 2, 3] トリアゾ ールー4-イル) ベンズアミド、N-(1-アセチル-1H-ピラゾール-3-イル)-5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-(4-メタンス ルホニルフェノキシ)ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエト キシ) -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -N-(ピラゾール-3-イ 20 ル) ベンズアミド、N-(5,6-ジヒドロ-4H-シクロペンタチアゾール-ンスルホニルフェノキシ)ベンズアミド、5-(1-ヒドロキシメチル-プロポ キシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾールー3ーイル)ペンズアミド、5-(2-ヒドロキシー1-メチルーエ 25 トキシ) -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -N-(チエノ[3, 2d] チアゾールー2ーイル) ベンズアミド、3-(3-フルオロー4-メタンス ルホニルフェノキシ)-5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル) ベンズアミド、3-(4-メタンス

ルホニルフェノキシ)-5-(2-メトキシ-1-メチル-エトキシ)-N-(ピ ラゾールー3ーイル) ベンズアミド、3-(4-シアノーフェノキシ)-5-(2 -ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾール -3-イル) ベンズアミド、3-(4-エチルスルホニルフェノキシ)-5-(2 -ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾール 5 -3-イル) ベンズアミド、3-(6-エタンスルホニルピリジン-3-イルオ キシ) -5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ) -N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル) ベンズアミド、5-(3-ヒドロキシ-1-メチ ループロポキシ) -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -N-(1-メチ ル-1H-ピラゾール-3-イル)ベンズアミド、3-(4-エタンスルホニル 10 フェノキシ) -5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ) -N-(イソキ サゾール-3-イル) ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエト キシ) -3-(4-イソプロピルスルホニルフェノキシ)-N-(1-メチルー 1H-ピラゾール-3-イル) ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチ ルーエトキシ) ーN-(4-ヒドロキシ-4-メチル-4,5,6,6a-テト 15 ラヒドロ-3aH-シクロペンタチアゾール-2-イル)-3-(4-メタンス ルホニルフェノキシ)ベンズアミド、3-(4-ジメチルカルバモイル-フェノ キシ) -5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル)ペンズアミド、3-(4-アセチルフェノキシ) -5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-N-(1-メチル-1H-20 ピラゾールー3ーイル) ペンズアミド、5-(2-ヒドロキシー1-メチルーエ トキシ) -N- (1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル) -3- (1, 3, 4-チアジアゾール-2-イルスルファニル) ベンズアミド、N-(1-エチル -1H-ピラゾール-3-イル)-5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキ シ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)ベンズアミド、5-(2-ヒドロ 25 キシー1-メチルーエトキシ)-3-(6-メタンスルホニルピリジン-3-イ ルオキシ) - N - (1 - メチル - 1 H - ピラゾール - 3 - イル) ベンズアミド、 5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-3-(4-メトキシカルボニ ルアミノメチルーフェノキシ)-N- (3-メチル-1, 2, 4-チアジアゾー

ル-5-イル)ベンズアミド、5-(1-ヒドロキシメチループロポキシ)-3 - (6-メタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-N-(1-メチル-1 H-ピラゾール-3-イル) ベンズアミド、3-(6-メタンスルホニルピリジ ン-3-イルオキシ)-5-(1-メトキシメチループロポキシ)-N-(1-メチルー1 H - ピラゾールー3 - イル)ペンズアミド、5 - イソプロポキシー3 5 - (6-メタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-N-(1-メチル-1 H-ピラゾール-3-イル) ベンズアミド、5-(2-フルオロ-1-フルオロ メチルーエトキシ) -3-(6-メタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ) -N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル) ベンズアミド、3-(6-エタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-5-(2-ヒドロキシ-1-メ 10 チルーエトキシ) -N- (イソキサゾール-3-イル) ベンズアミド、5-(2 -ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェニル スルファニル)-N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル)ベンズアミ ド、5-シクロプロピルオキシ-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N - (1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル) ベンズアミド、3-(6-メタ 15 ンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-5-(1-メトキシメチループロポ キシ) -N-(ピラゾール-3-イル)ベンズアミド、5-(2-フルオロ-1 -フルオロメチル-エトキシ) -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -N - (1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル) ベンズアミド、3-(6-エタ 20 ンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-5-(1-ヒドロキシメチループロ ポキシ)-N(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル)ベンズアミド、5-(6 -エタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-3-(2-メトキシ-1-メチ ルーエトキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル)ベンズアミ ド、2-[3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-(1-メチル-1H - ピラゾール-3-イルカルパモイル) - フェノキシ] プロピオン酸-tert 25 ープチルエステル、3-(6-エタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-5-(2-メトキシ-1-メチル-エトキシ)-N-(ピラゾール-3-イル) -ベンズアミド、3-(6-メタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-N - (1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル) -5- (テトラヒドロフランー

3-イル) ベンズアミド、N- (1-エチル-1H-ピラゾール-3-イル) -5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-(6-メタンスルホニル ピリジン-3-イルオキシ) ベンズアミド、5-(2-フルオロ-1-フルオロ メチルーエトキシ) -3-(6-メタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ) 5 -N-(ピラゾール-3-イル)ベンズアミド、3-(6-メタンスルホニルピ リジン-3-イルオキシ)-5-(2-メトキシ-1-メチル-エトキシ)-N - (1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル) ベンズアミド、3-(6-エタ ンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-5-(2-フルオロ-1-フルオロメ チルーエトキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル) ベンズアミ ド、2-[3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-(1-メチル-1H 10 - ピラゾール-3-イルカルバモイル)-フェノキシ]プロピオン酸、3-(6 -エタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-5-イソプロポキシ-N-(ピ ラゾールー3-イル)ベンズアミド、3-(6-エタンスルホニルピリジン-3 -イルオキシ) - 5 -イソプロポキシ-N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル) ベンズアミド、3-(6-エタンスルホニルピリジン-3-イルオキ 15 シ) -5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-N-(ピラゾール-3 ーイル) ベンズアミド、3-(6-エタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ) -5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-N-(ピリジン-2-イル) ベンズアミド、3-(6-エタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-N-チアゾールー2-イルーベン 20 ズアミド5-(2-フルオロ-1-メチル-エトキシ)-3-(6-メタンスル ホニルピリジン-3-イルオキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3 ーイル) ペンズアミド、5-(2-クロロ-1-メチルーエトキシ) -3-(6 -エタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-N-(1-メチル-1H-ピ ラゾールー3-イル)ベンズアミド、5-(2-フルオロー1-フルオロメチルー 25 エトキシ)-N-(イソキサゾール-3-イル)-3-(6-メタンスルホニルピ リジン-3-イルオキシ)ベンズアミド、5-(2-フルオロ-1-フルオロメチ ルーエトキシ)-3-(6-メタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-N-(ピリジン-2-イル) ベンズアミド、5-(2-フルオロ-1-フルオロメチル -Tトキシ)-3-(6-Yタンスルホニルピリジン-3-T-N-(3-Y-Y-N-(1, 2, 4]-F-F-Y-N-(4-F-Y-N-(1, 2)-Y-N-(4-Y-Y-N-(4-Y-Y-N-(4-Y- \text

10 $-5-(2-\text{L}\coloredge) -1-\text{J}\coloredge -N-(1-\text{J}\coloredge) -N-(1-\text{J}\coloredge) -N-(1-\text{J}\coloredge) -N-(1-\text{J}\coloredge) -N-(2-\text{L}\coloredge) -1-\text{J}\coloredge -1-\text{J}\coloredge$

20

-3-イルオキン) -5- (1-ステルー1H-ピッケールー3-イルカルハモイル) -フェノキシ] プロピオン酸、5- (2-フルオロ-1-フルオロメチルーエトキシ) -3- (3-フルオロ-4-メタンスルホニルフェノキシ) -N- (1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル) ベンズアミドである化合物又はその薬学的に許容される塩、

25 (16) 5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ) <math>-3-(4-メタンス ルホニルーフェノキシ) -N-チアゾ-ル-2-イルーペンズアミドである化合 物又はその薬学的に許容される塩、

(17) N-(4-ヒドロキシメチルーチアゾールー2-イル)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-(1-メトキシメチループロポキシ)-ベ

ンズアミドである化合物又はその薬学的に許容される塩、

(18) 5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ) <math>-3-(4-メタンス ルホニルーフェノキシ) -N-ピリジン-2-イルーペンズアミドである化合物 又はその薬学的に許容される塩、

5 (19) 5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ) <math>-3-(4-メタンス ルホニルーフェノキシ) -N-(2-メチルチアゾール-4-イル) -ベンズア ミドである化合物又はその薬学的に許容される塩、

(20) 5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-([1,3,4]チアジアゾール-2-イルスルファニル) -N-チアゾール-2-イルーペンズ10 アミドである化合物又はその薬学的に許容される塩、

(21) 5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ) <math>-3-(4-メタンス ルホニルーフェノキシ) -N-(3-メチル-[1, 2, 4]-チアジアゾール <math>-5-7 ーペンズアミドである化合物又はその薬学的に許容される塩、

(22) 5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ) -3-(4-メタンス15 ルホニルーフェノキシ) -N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル) ベンズアミドである化合物又はその薬学的に許容される塩、

(23) 3-(3-7)ルオロー4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-N-(1-メチル-1 H-ピラゾール-3-イル)ベンズアミドである化合物又はその薬学的に許容される塩、

20 (24) 3-(6-x9)スルホニルピリジン-3-(x) - 5-(2-x) ヒドロキシ-1-xチルーエトキシ)-N-(1-x) - 1 -

25

(25) 3-(6-x9)スルホニルーピリジン-3-(1) オキシ)-5-(1) プロポキシ-(1-x) アンズアミドである化合物又はその薬学的に許容される塩、

(27) 3-(6-エタンスルホニルーピリジン-3-イルオキシ)-5-(2

ーヒドロキシー1-メチルーエトキシ)-N-(イソキサゾールー3-イル)ベンズアミドである化合物又はその薬学的に許容される塩、

- (28) 5-(2-フルオロ-1-フルオロメチルーエトキシ)-3-(6-メ タンスルホニルーピリジン-3-イルオキシ)-N-(ピラゾール-3-イル) ベンズアミドである化合物又はその薬学的に許容される塩、
 - (29) 2型糖尿病の治療、予防及び/又は発症を遅らせるために用いられる以下の(1)-(3)からなる医薬組成物
 - (1)式(I)で表される化合物、
 - (2) 以下の (a) (g) からなる群より選択される 1 又は 2 以上の化合物
- 10 (a) 他のグルコキナーゼ活性化剤
 - (b) ビスーグアニド
 - (c) PPAR アゴニスト
 - (d) インスリン
 - (e) ソマトスタチン
 - (f) α-グルコシダーゼ 阻害剤、及び
 - (g) インスリン

15

- (3) 薬学的に許容される担体、
- (30)前記(1)乃至(28)のいずれかに記載の化合物を有効成分とするグルコキナーゼ活性化剤、
- 20 (31)前記(1)乃至(28)のいずれかに記載の化合物を有効成分とする糖 尿病の治療及び/又は予防のための薬剤、及び
 - (32) 前記(1)乃至(28)のいずれかに記載の化合物を有効成分とする肥満の治療及び/又は予防のための薬剤、に関する。
- 25 以下に本明細書において用いられる用語の意味について説明し、本発明に係る 化合物について更に詳細に説明する。

「アリール基」とは、例えばフェニル基、ナフチル基、ピフェニル基、アント リル基等の炭素数 6 乃至 1 4 の炭化水素環アリール基等が挙げられる。

「低級アルキル基」とは、好ましくは炭素数1乃至6の直鎖又は分岐を有する

15

20

25

アルキル基を意味し、例えばメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、 ブチル基、イソブチル基、secーブチル基、tertーブチル基、ペンチル基、 イソアミル基、ネオペンチル基、イソペンチル基、1,1ージメチルプロピル基、 1ーメチルブチル基、2ーメチルブチル基、1,2ージメチルプロピル基、ヘキシル基、イソヘキシル基、1ーメチルペンチル基、2ーメチルペンチル基、3ー メチルペンチル基、1,1ージメチルブチル基、1,2ージメチルブチル基、2, 2ージメチルブチル基、1,3ージメチルブチル基、2,3ージメチルブチル基、3,3ージメチルブチル基、1-エチルブチル基、2ーエチルブチル基、1,2,2ートリメチルプロピル基、1ーエチルー2ーメチルプロピル基等が挙げられる。

「低級アルケニル基」とは、炭素数 1~6の直鎖状又は分岐状の低級アルケニル基をいい、例えばビニル基、アリル基、1-プテニル基、2-プテニル基、1-ペンテニル基等が挙げられる。

「アルコキシ基」とは、水酸基の水素原子を前記低級アルキル基で置換した基を意味し、例えばメトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、イソプロポキシ基、ブトキシ基、secーブトキシ基、tertーブトキシ基、ペンチルオキシ基、イソペンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基、イソヘキシルオキシ基等が挙げられる。

「ヘテロアリール基」とは、酸素原子、硫黄原子及び窒素原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を当該ヘテロアリール基内に、1乃至3有する5乃至7員の単環を意味するか、又は該単環のヘテロアリール基とベンゼン環若しくはピリジン環とが縮合した双環のヘテロアリール基を意味し、例えばフリル基、チエニル基、ピロリル基、イミダゾリル基、トリアゾリル基、チアゾリル基、チアジアゾリル基、イソチアゾリル基、オキサゾリル基、イソキサゾリル基、ピリジル基、ピリジシニル基、ピラゾリル基、ピラジニル基、キノリル基、イソキノリル基、キナゾリニル基、キノリジニル基、キノキサリニル基、シンノリニル基、ベンズイミダゾリル基、イミダゾピリジル基、ベンゾフラニル基、ナフチリジニル基、1,2ーベンゾイソキサゾリル基、ベンゾオキサゾリル基、ベンゾチアゾリル基、オキサゾロピリジル基、ピリドチアゾリル基、イソチアゾロピリジル基、ベンゾチエニル基等が挙げられる。

15

20

「ハロゲン原子」とは、例えばフッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等を意味する。

「ヒドロキシアルキル基」とは、前記低級アルキル基中の水素原子の1つが、 ヒドロキシ基で置換された基を意味し、例えばヒドロキシメチル基、ヒドロキシ エチル基、1-ヒドロキシプロピル基、1-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキ シプロピル基、2-ヒドロキシー1-メチルーエチル基等が挙げられる。

「アルキルカルバモイル基」とは、前記低級アルキル基でモノ置換されたカルバモイル基を意味し、例えばメチルカルバモイル基、エチルカルバモイル基、プロピルカルバモイル基、イソプロピルカルバモイル基、ブチルカルバモイル基、secーブチルカルバモイル基、tertーブチルカルバモイル基等が挙げられる。

「ジアルキルカルバモイル基」とは、同一又は異なる前記低級アルキル基でジ 置換されたカルバモイル基を意味し、「ジアルキルカルバモイル基」としては、 例えばジメチルカルバモイル基、ジエチルカルバモイル基、エチルメチルカルバモイル基、ジプロピルカルバモイル基、メチルプロピルカルバモイル基、ジイソ プロピルカルバモイル基等が挙げられる。

「アルキルアミノ基」とは、前記低級アルキル基によりモノ置換されたアミノ基を意味し、例えばメチルアミノ基、エチルアミノ基、プロピルアミノ基、イソプロピルアミノ基、ブチルアミノ基、sec-ブチルアミノ基又はtert-ブチルアミノ基等が挙げられる。

「ジアルキルアミノ基」とは、同一又は異なる前記低級アルキル基によりジ置換されたアミノ基を意味し、例えばジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基、ジプロピルアミノ基、メチルプロピルアミノ基又はジイソプロピルアミノ基等が挙げられる。

25 「アミノアルキル基」とは、前記アルキル基を構成する水素原子の1つが、アミノ基で置換された基を意味し、例えばアミノメチル基、アミノエチル基、アミノプロピル基等が挙げられる。

「アルカノイル基」とは、前記アルキル基とカルボニル基とが結合した基を意味し、例えばメチルカルボニル基、エチルカルボニル基、プロピルカルボニル基、

25

イソプロピルカルボニル基等が挙げられる。

「アルカノイルアミノ基」とは、前記アルカノイル基とアミノ基とが結合した 基を意味し、例えばメチルカルボニルアミノ基、エチルカルボニルアミノ基、イ ソプロピルカルボニルアミノ基等が挙げられる。

「アルカノイルアミノアルキル基」とは、前記アルキル基の水素原子の1つが、 前記アルカノイルアミノ基で置換された基を意味し、例えばアセチルアミノメチル基、エチルカルボニルアミノメチル基、メチルカルボニルアミノエチル基、イ ソプロピルカルボニルアミノメチル基等が挙げられる。

「アルキルチオ基」とは、前記アルキル基と硫黄原子とが結合した基を意味し、 10 例えばメチルチオ基、エチルチオ基、プロピルチオ基、イソプロピルチオ基等が 挙げられる。

「アルキルスルホニル基」とは、前記アルキル基とスルホニル基とが結合した 基を意味し、例えばメチルスルホニル基、エチルスルホニル基、プロピルスルホ ニル基、イソプロピルスルホニル基等が挙げられる。

15 「アルキルスルホニルアミノ基」とは、アミノ基の水素原子が前記アルキルスルホニル基でモノ置換された基を意味し、例えばメチルスルホニルアミノ基、エチルスルホニルアミノ基、プロピルスルホニルアミノ基又はイソプロピルスルホニルアミノ基等が挙げられる。

「アルコキシカルボニル基」とは、カルボキシル基の水素原子を前記アルキル 20 基で置換した基を意味し、例えばメトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、 プロピルカルボニル基、イソプロピルカルボニル基等が挙げられる。

「アルコキシカルボニルアミノ基」とは、アミノ基の水素原子の1つが、前記 アルコキシカルボニル基で置換された基を意味し、例えばメトキシカルボニルア ミノ基、エトキシカルボニルアミノ基、プロピルカルボニルアミノ基、イソプロ ピルカルボニルアミノ基等が挙げられる。

「アルコキシカルボニルアミノアルキル基」とは、前記アルキル基の水素原子の1つが、前記アルコキシカルボニルアミノ基で置換された基を意味し、例えばメトキシカルボニルアミノメチル基、エトキシカルボニルアミノメチル基、イソプロピルカルボニルアミノエチル基等が挙げられる。

「アルキルスルファモイル基」とは、スルファモイル基中のNH2の水素原子の1つが前記低級アルキル基で置換された基を意味し、例えば、メチルスルファモイル基、エチルスルファモイル基、イソプロピルスルファモイル基等が挙げられる。

5 「ジアルキルスルファモイル基」とは、スルファモイル基中のNH₂の2つの水素原子が、同一又は異なる前記低級アルキル基で置換された基を意味し、例えば、ジメチルスルファモイル基、ジエチルスルファモイル基、エチルメチルスルファモイル基、ジイソプロピルスルファモイル基等が挙げられる。

本発明に係る前記式(I)で表される化合物について更に具体的に開示するた 10 めに、式(I)において用いられる各種記号について、具体例を挙げて説明する。 式(II)



は、前記R¹で示される置換基を環内に1又は2有していてもよい、6乃至10 員のアリール基又は5乃至7員のヘテロアリール基を示す。

15 A環が示す「6乃至10員のアリール基」としては、例えばフェニル基、ナフ チル基が挙げられ、これらのうち、フェニル基が好ましい。

A環が示す「5乃至7員のヘテロアリール基」としては、前記定義の「ヘテロアリール基」のうち、「5乃至7員のヘテロアリール基」と同義のものが挙げられ、これらのうち、5乃至6員のヘテロアリール基が好ましい。

20 A環が示す「5乃至7員のヘテロアリール基」としては、例えばフリル基、チエニル基、ピロリル基、イミダゾリル基、トリアゾリル基、ピラゾリル基、チアゾリル基、チアジアゾリル基、イソチアゾリル基、オキサゾリル基、イソキサゾリル基、ピリジル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラジニル基が好ましく、中でもトリアゾリル基、チアゾリル基、チアジアゾリル基、ピリジル基、ピラジニル基がより好ましく、トリアゾリル基、チアジアゾリル基、ピリジル基がさらに好ましい。

A環としては、チアジアゾリル基、フェニル基又はピリジル基が好ましく、フ

ェニル基又はピリジル基がより好ましい。

また、A環は、R¹で示される置換基を該環内に1又は2有していてもよい。ここで、R¹は、アルキルスルホニル基、アルカノイル基、アルキル基、ヒドロキシアルキル基、ヒドロキシ基、アルキルカルバモイル基、アルキルスルファモ イル基、ジアルキルスルファモイル基、アルキルチオ基、アルコキシ基、ジアルキルカルバモイル基、アルコキシカルボニルアミノ基、ハロゲン原子、シアノ基、アルコキシカルボニル基、アルカノイルアミノアルキル基、アルキルスルホニルアミノアルキル基、アルコキシカルボニルアミノアルキル基及びトリフルオロメチル基からなる群より選択される基を示し、A環上に該置換基を2有している場合には、これらの置換基は、同一又は異なっていてもよい。

R¹としては、アルキルスルホニル基、アルカノイル基、ヒドロキシアルキル基、アルキルカルバモイル基、アルキルスルファモイル基、ジアルキルカルバモイル基、アルコキシカルボニルアミノ基、ハロゲン原子、アルカノイルアミノアルキル基、アルキルスルホニルアミノアルキル基ではアルコキシカルボニルアミノアルキル基が好ましく、アルキルスルホニル基、アルカノイル基、ヒドロキシアルキル基、ハロゲン原子、アルカノイルアミノアルキル基、アルキルスルホニルアミノアルキル基、アルキルスルホニルアミノアルキル基がさらに好ましく、アルキルスルホニル基、アルカノイル基、ハロゲン原子又はヒドロキシアルキル基がさらに好ましく、アルキルスルホニル基が20 特に好ましい。

A環が該環内に R^1 を有している場合には、 R^1 が結合するA環上の位置は、特に限定されず、結合可能な位置であればよい。

A環がフェニル基である場合には、R¹のフェニル基上の結合位置は、X¹と該フェニル基との結合に対して、パラ位に位置することが好ましい。

 X^{1} は、O、S又はNHを示し、これらのうち、O又はSが好ましく、Oがより好ましい。

従って、 $-X^1-A$ 環 $-R^1$ としては、 X^1 がOであり、かつ、A環がフェニル基である場合には、具体的には、例えば4-(1-ヒドロキシエチル)-フェノキシ基、4-(1-ヒドロキシプロピル)-フェノキシ基、4-メタンスルホニ

ルフェノキシ基、4-メチルカルボニル-フェノキシ基、4-メチルカルバモイ ルーフェノキシ基、4-エチルカルボニル-フェノキシ基、4-ジメチルカルバ モイルーフェノキシ基、4-メチルカルボニルアミノメチルーフェノキシ基、4 - メタンスルホニルアミノメチル-フェノキシ基、4-メトキシカルボニルアミ ノメチルーフェノキシ基、2-フルオロ-フェノキシ基、4-メトキシカルポニ ルーフェノキシ基、4-ヒドロキシメチルーフェノキシ基、4-メタンスルホニ ルー2-フルオローフェノキシ基、4-シアノ-フェノキシ基、4-メチルーフ エニルオキシ基、4-トリフルオロメチル-フェニルオキシ基、3-フルオロー 4-メタンスルホニルフェノキシ基、4-ジメチルスルファモイルフェノキシ基、 3-クロロ-4-メタンスルホニルフェノキシ基、3-メタンスルホニルフェノ 10 キシ基が挙げられ、これらのうち、4-(1-ヒドロキシエチル)-フェノキシ 基、4-(1-ヒドロキシプロピル)-フェノキシ基、4-メタンスルホニルフ ェノキシ基、4-メチルカルボニル-フェノキシ基、4-メチルカルバモイル-フェノキシ基、4-エチルカルボニル-フェノキシ基、4-ジメチルカルバモイ ルーフェノキシ基、4-メチルカルボニルアミノメチルーフェノキシ基、4-メ 15 タンスルホニルアミノメチルーフェノキシ基、4-メトキシカルボニルアミノメ チルーフェノキシ基、4-ヒドロキシメチルーフェノキシ基、4-メタンスルホ ニル2-フルオローフェノキシ基、3-フルオロー4-メタンスルホニルフェノ キシ基、4-ジメチルスルファモイルフェノキシ基、3-クロロー4-メタンス ルホニルフェノキシ基が好ましく、4-(1-ヒドロキシエチル)-フェノキシ 20 基、4-(1-ヒドロキシプロピル)-フェノキシ基、4-メタンスルホニルフ ェノキシ基、4-メチルカルボニル-フェノキシ基、4-エチルカルボニル-フ ェノキシ基、4-メチルカルボニルアミノメチル-フェノキシ基、4-メタンス ルホニルアミノメチルーフェノキシ基、4-メトキシカルポニルアミノメチルー フェノキシ基、4-ヒドロキシメチルーフェノキシ基、3-フルオロー4-メタ 25 ンスルホニルフェノキシ基、4-ジメチルスルファモイルフェノキシ基、3-ク ロロー4-メタンスルホニルフェノキシ基がより好ましく、中でも4-(1-ヒ ドロキシエチル) -フェノキシ基、4-(1-ヒドロキシプロピル) -フェノキ シ基、4-メタンスルホニルフェノキシ基、4-メチルカルボニル-フェノキシ 基、4-エチルカルボニルーフェノキシ基又は4-ヒドロキシメチルーフェノキシ基、3-フルオロ-4-メタンスルホニルフェノキシ基がさらに好ましく、中でも4-メタンスルホニルフェノキシ基が特に好ましい。

また、X¹がSであり、かつ、A環がフェニル基である場合には、-X¹-A環 -R¹-としては、具体的には、例えば4-フルオローフェニルスルファニル基、 4-メチル-フェニルスルファニル基、4-トリフルオロメチル-フェニルスル ファニル基、4-(1-ヒドロキシエチル)-フェニルスルファニル基、4-メ タンスルホニルフェニルスルファニル基、4-メチルカルポニル-フェニルスル ファニル基、4-エチルカルボニルーフェニルスルファニル基、4-メチルカル 10 バモイルーフェニルスルファニル基、4ージメチルカルバモイルーフェニルスル ファニル基、4-メチルカルボニルアミノメチル-フェニルスルファニル基、4 ーメチルスルホニルアミノメチルーフェニルスルファニル基、4ーメトキシカル ボニルーフェニルスルファニル基、4-メトキシカルボニルーアミノメチルーフ ェニルスルファニル基、4-ヒドロキシメチル-フェニルスルファニル基、4-シアノーフェニルスルファニル基等が挙げられ、これらのうち、4-フルオロー 15 フェニルスルファニル基、4-(1-ヒドロキシエチル)-フェニルスルファニ ル基、4-メタンスルホニルフェニルスルファニル基、4-メチルカルボニルー フェニルスルファニル基、4-エチルカルボニル-フェニルスルファニル基、4 - メチルカルバモイルーフェニルスルファニル基、4 - ジメチルカルバモイルー フェニルスルファニル基、4-メチルカルボニルアミノメチル-フェニルスルフ 20 ァニル基、4-メチルスルホニルアミノメチル-フェニルスルファニル基、4-メトキシカルボニルーアミノメチルーフェニルスルファニル基又は4-ヒドロキ シメチルーフェニルスルファニル基が好ましく、4-(1-ヒドロキシエチル) -フェニルスルファニル基、4-メタンスルホニルフェニルスルファニル基、4 ーメチルカルボニルーフェニルスルファニル基、4ーエチルカルボニルーフェニ 25 ルスルファニル基、4-メチルカルポニルアミノメチル-フェニルスルファニル 基、4-メチルスルホニルアミノメチル-フェニルスルファニル基、4-メトキ シカルボニルーアミノメチルーフェニルスルファニル基又は4ーヒドロキシメチ ルーフェニルスルファニル基がより好ましく、中でも4-(1-ヒドロキシエチ

ル)-フェニルスルファニル基、4-メタンスルホニルフェニルスルファニル基、 4-メチルカルボニル-フェニルスルファニル基、4-エチルカルボニル-フェ ニルスルファニル基又は4-ヒドロキシメチル-フェニルスルファニル基がさら に好ましく、中でも4-メタンスルホニルフェニルスルファニル基が特に好まし い。

X¹がSであり、かつ、A環が5乃至7員のヘテロアリール基である場合には、 -X1-A環-R1-としては、具体的には、例えば5-シアノーピリジン-2-イルスルファニル基、5-プロモーピリジン-2-イルスルファニル基、5-メ トキシカルボニルーピリジンー2ーイルスルファニル基、5ーヒドロキシメチル - ピリジン-2-イルスルファニル基、5-メタンスルホニルピリジン-2-イ 10 ルスルファニル基、5-メチルーピリジン-2-イルスルファニル基、5-トリ フルオロメチルーピリジンー2-イルスルファニル基、ピリジンー2イルスルフ ァニル基、ピリジン-4-イルスルファニル基、6-メチルーピリジン-3-イ ルスルファニル基、 [1, 3, 4] チアジアゾール-2-イルスルファニル基、 5-メチルチオー[1,3,4]チアジアゾールー2-イルスルファニル基、5 15 - メタンスルホニル[1,3,4] チアジアゾール-2-イルスルファニル基、 [1, 2, 4] ートリアゾールー3ーイルスルファニル基、フランー3ーイルス ルファニル基、チオフェンー3ーイルスルファニル基、ピロールー3ーイルスル ファニル基、イミダゾールー2-イルスルファニル基、チアゾールー2-イルス ルファニル基、オキサゾールー2ーイルスルファニル基、イソキサゾールー3ー 20 イルスルファニル基、ピラジン-2-イルスルファニル基、ピリミジン-2-イ ルスルファニル基、ピリダジン-3-イルスルファニル基、3H-ピラゾールー 3-イルスルファニル基等が挙げられ、これらのうち、5-プロモーピリジンー 2-イルスルファニル基、5-ヒドロキシメチルーピリジン-2-イルスルファ ニル基、5-メタンスルホニルピリジン-2-イルスルファニル基、ピリジン-25 2イルスルファニル基、ピリジン-4-イルスルファニル基、[1,3,4]チ アジアゾール-2-イルスルファニル基、5-メタンスルホニル[1,3,4] チアジアゾール-2-イルスルファニル基、[1,2,4]-トリアゾール-3 ーイルスルファニル基、フランー3ーイルスルファニル基、チオフェンー3ーイ

ルスルファニル基、ピロールー3ーイルスルファニル基、イミダゾールー2ーイ ルスルファニル基、チアゾールー2-イルスルファニル基、オキサゾールー2-イルスルファニル基、イソキサゾールー3-イルスルファニル基、ピラジン-2 ーイルスルファニル基、ピリミジン-2-イルスルファニル基、ピリダジン-3 -イルスルファニル基、3 H - ピラゾール - 3 - イルスルファニル基が好ましく、 5 中でも5-ヒドロキシメチルーピリジン-2-イルスルファニル基、5-メタン スルホニルピリジン-2-イルスルファニル基、ピリジン-2イルスルファニル 基、ピリジン-4-イルスルファニル基、[1,3,4]チアジアゾール-2-イルスルファニル基、5-メタンスルホニル[1,3,4]チアジアゾール-2 -イルスルファニル基、[1,2,4]-トリアゾール-3-イルスルファニル 10 基、チアゾール-2-イルスルファニル基又はピラジン-2-イルスルファニル 基がより好ましく、中でも5-ヒドロキシメチルーピリジン-2-イルスルファ ニル基、5-メタンスルホニルピリジン-2-イルスルファニル基、ピリジン-2イルスルファニル基、ピリジン-4-イルスルファニル基、[1,3,4]チ アジアゾールー2-イルスルファニル基、5-メタンスルホニル[1,3,4] 15 チアジアゾールー2-イルスルファニル基、[1,2,4]-トリアゾールー3 -イルスルファニル基又はチアゾール-2-イルスルファニル基がさらに好まし く、中でもピリジン-2イルスルファニル基、ピリジン-4-イルスルファニル 基、[1, 3, 4] チアジアゾールー2ーイルスルファニル基、[1, 2, 4] - トリアゾール-3-イルスルファニル基又はチアゾール-2-イルスルファニ 20 ル基が特に好ましい。

X¹がOであり、かつ、A環が5乃至7員のヘテロアリール基である場合には、 -X¹-A環-R¹としては、具体的には、例えばピリミジン-4-イルオキシ基、 ピリダジン-3-イルオキシ基、ピラジン-2-イルオキシ基、ピリジン-2-イルオキシ基、2-ヒドロキシーピリジン-3-イルオキシ基、2-ヒドロキシーピリジン-4-イルオキシ基、5-ヒドロキシメチルーピリジン-2-イルオキシ基、5-メチルカルボニルーピリジン-2-イルオキシ基、5-メトキシカルボニルアミノ メチルーピリジン-2-イルオキシ基、5-メタンスルホニルピリジン-2-イ

ルオキシ基、5-メトキシカルボニルーピリジン-2-イルオキシ基、5-シア ノーピリジンー2-イルオキシ基、5-プロモーピリジン-2―イルオキシ基、 5-ジメチルカルバモイルーピリジン-2-イルオキシ基、5-メトキシカルボ ニルーピリジンー2ーイルオキシ基、5ーメチルカルボニルアミノメチルーピリ ジン-2-イルオキシ基、5-トリフルオロメチルーピリジン-2-イルオキシ 基、5-メチルカルボニル-イミダゾール-2-イルオキシ基、6-ヒドロキシ メチルーピリミジンー2-イルオキシ基、6-メチルカルボニルーピリミジン-2-イルオキシ基、6-メタンスルホニルピリミジン-2-イルオキシ基、6-ヒドロキシメチルーピリダジンー3ーイルオキシ基、6ーメチルカルボニルーピ - リダジン-3-イルオキシ基、6-メタンスルホニルピリダジン-3-イルオキ 10 シ基、5~ヒドロキシメチルーピラジンー2-イルオキシ基、5-メチルカルボ ニルーピラジンー2ーイルオキシ基、5ーメタンスルホニルピラジンー2ーイル オキシ基、6-エタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ基、6-メタンスル ホニルピリジン-3-イルオキシ基、ピリジン-3-イルオキシ基、ピリジン-4-イルオキシ基、6-イソプロピルスルホニルピリジン-3-イルオキシ基等 15 が挙げられ、これらのうち、ピリミジンー4ーイルオキシ基、ピリダジンー3ー イルオキシ基、ピラジン-2-イルオキシ基、ピリジン-2-イルオキシ基、2 ーヒドロキシーピリジンー3ーイルオキシ基、2ーヒドロキシーピリジンー4ー イルオキシ基、5-ヒドロキシメチルーピリジン-2-イルオキシ基、5-メチ 20 - ルカルポニルーピリジンー2ーイルオキシ基、5-(1-ヒドロキシエチル)-ピリジン-2-イルオキシ基、5-メトキシカルボニルアミノメチルーピリジン - 2 - イルオキシ基、5 - メタンスルホニルピリジン-2 - イルオキシ基、5 -プロモーピリジンー2―イルオキシ基、5-ジメチルカルバモイル-ピリジン-2-イルオキシ基、5-メチルカルボニルアミノメチルーピリジン-2-イルオ キシ基、5-メチルカルボニルーイミダゾール-2-イルオキシ基、6-ヒドロ 25 キシメチルーピリミジンー2-イルオキシ基、6-メチルカルボニルーピリミジ y = 0 ーイルオキシ基、0 ーメタンスルホニルピリミジンー0 ーイルオキシ基、 6-ヒドロキシメチルーピリダジン-3-イルオキシ基、6-メチルカルボニル - ピリダジン-3-イルオキシ基、6-メタンスルホニルピリダジン-3-イル

オキシ基、5-ヒドロキシメチルーピラジン-2-イルオキシ基、5-メチルカ ルポニルーピラジン-2-イルオキシ基、5-メタンスルホニルピラジン-2-イルオキシ基、6-エタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ基、6-メタン スルホニルピリジンー3-イルオキシ、ピリジン-3-イルオキシ基、ピリジン -4-イルオキシ基が好ましく、中でもピラジン-2-イルオキシ基、ピリジン - 2 - イルオキシ基、2 - ヒドロキシーピリジン-3 - イルオキシ基、2 - ヒド ロキシーピリジン-4-イルオキシ基、5-ヒドロキシメチルーピリジン-2-イルオキシ基、5-メチルカルボニル-ピリジン-2-イルオキシ基、5-(1 -ヒドロキシエチル) -ピリジン-2-イルオキシ基、5-メトキシカルボニル 10 アミノメチルーピリジン-2-イルオキシ基、5-メタンスルホニルピリジン-2-イルオキシ基、5-メチルカルボニルアミノメチルーピリジン-2-イルオ キシ基、5-ヒドロキシメチルーピラジン-2-イルオキシ基、5-メチルカル ボニルーピラジンー2ーイルオキシ基、5ーメタンスルホニルピラジンー2ーイ ルオキシ基、6-エタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ基、6-メタンス ルホニルピリジン-3-イルオキシ基がより好ましく、中でも2-ヒドロキシー 15 ピリジン-3-イルオキシ基、2-ヒドロキシーピリジン-4-イルオキシ基、 5-ヒドロキシメチルーピリジン-2-イルオキシ基、5-メチルカルボニルー ピリジン-2-イルオキシ基、5-(1-ヒドロキシエチル)-ピリジン-2-イルオキシ基又は5-メタンスルホニルピリジン-2-イルオキシ基、6-メタ ンスルホニルピリジン-3-イルオキシ基、6-エタンスルホニルピリジン-3 20 -イルオキシ基がさらに好ましい。

 X^2 は、O、S又は CH_2 を示し、これらのうち、O又は CH_2 が好ましく、Oがより好ましい。

R²は、ハロゲン原子、カルボキシル基、アルコキシカルボニル基、ヒドロキシ基、アミノ基(該アミノ基は、1若しくは2のアルカノイル基又は低級アルキル基で更に置換されていてもよい)、アルコキシ基及びN-アルキルカルバモイル基からなる群より選択される置換基を1又は2有していてもよい、炭素数3乃至7の環状アルキル基、直鎖若しくは分岐の低級アルキル基又は低級アルケニル基を示す。

10

15

20

25

R²が示す「ハロゲン原子」とは、前記定義と同様の基が挙げられる。これらのうち、

塩素原子又はフッ素原子が好ましい。

R²が示す「アルコキシカルボニル基」とは、前記定義のアルコキシ基を有するカルボニル基を意味し、例えばメトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、プロピルオキシカルボニル基、イソプロピルオキシカルボニル基、tert-ブチルオキシカルボニル基等が挙げられる。

R²が示す「炭素数 3 乃至 7 の環状アルキル基」としては、例えばシクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基等が挙げられ、これらのうち、シクロペンチル基又はシクロヘキシル基が好ましく、シクロペンチル基がより好ましい。

R²が、炭素数3万至7の環状アルキル基を構成する場合には、該環を構成する炭素原子であって、X²と結合する炭素原子を除いた任意の炭素原子の1つが、酸素原子、NH、N-アルカノイル基又はCONHで置き換わっていてもよい。

R²が示す「炭素数 3 乃至 7 の環状アルキル基を構成する炭素原子(X²と結合する炭素原子を除く)の1つが、酸素原子、NH、N-アルカノイル基又はCONHで置換されている基」としては、該炭素原子が、酸素原子、NH又はN-アルカノイル基で置換されている場合が好ましく、酸素原子又はN-アルカノイル基で置換されている場合がより好ましい。該R²としては、より具体的には、例えばテトラヒドロフラニル基、テトラヒドロピラニル基、ピロリジニル基、ピペリジニル基、N-アセチルピペリジニル基が好ましく、テトラヒドロフラニル基、テトラヒドロピラニル基、

R²が示す「直鎖若しくは分岐の低級アルキル基」としては、前記定義と同意 義の低級アルキル基を示す。該低級アルキル基としては、エチル基、プロピル基、 イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基が好ましく、プロ

ピル基、イソプロピル基、イソプチル基、sec-ブチル基がより好ましい。 R²が示す「低級アルケニル基」としては、前記定義と同様のものが挙げられ、

R*が示す「低級アルケニル基」としては、削配定義と向極のものが事りられ、 これらのうち、プロペニル基、イソプロペニル基、イソブテニル基が好ましく、 イソプロペニル基がより好ましい。 R²としては、炭素数 3 乃至 7 の環状アルキル基、直鎖若しくは分岐の低級アルキル基又は炭素数 3 乃至 7 の環状アルキル基を構成する炭素原子(該環を構成する炭素原子のうち、X²と結合する炭素原子を除く)の1 つが、酸素原子、NH、N-アルカノイル基又はCONHで置換されている基が好ましく、直鎖若しくは分岐の低級アルキル基又は炭素数 3 乃至 7 の環状アルキル基を構成する炭素原子(該環を構成する炭素原子のうち、X²と結合する炭素原子を除く)の1つが、酸素原子、NH、N-アルカノイル基又はCONHで置換されている基が好ましい。

5

従って、-X²-R²としては、例えば、プロピル基、イソブチル基、sec-ブチル基、3-メトキシ-2-メチル-プロピル基、2-メトキシメチル-プチ 10 ル基、4-ヒドロキシー2-メチループチル基、2-ヒドロキシメチループチル 基、3-ヒドロキシーブチル基、3-メトキシブチル基、3-ヒドロキシー2-メチループロピル基、3-ヒドロキシーブチル基、3-メチルカルバモイループ ロピル基、3-アセチルアミノ-2-メチループロピル基、2-ヒドロキシメチ ルー3-プロペニル基、2-メチルー2-プロペニル基、エトキシ基、イソプロ 15 ポキシ基、2-メトキシ-1-メチル-エトキシ基、1-メトキシメチループロ ポキシ基、3-ヒドロキシ-1-メチループロポキシ基、1-ヒドロキシメチル - プロポキシ基、2 - アミノ-1 - エトキシ基、2 - ヒドロキシープロポキシ基、 2-メトキシプロポキシ基、2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ基、2-ヒ ドロキシーエトキシ基、2-ジメチルアミノー1-メチルーエトキシ基、1-カ 20 ルボキシーエトキシ基、2-メチルカルバモイルーエトキシ基、2-アセチルア ミノー1-メチル-エトキシ基、シクロペンチルオキシ基、シクロヘキシルオキ シ基、シクロヘプチルオキシ基、2-ヒドロキシーシクロペンチルオキシ基、テ トラヒドロフランー3ーイルオキシ基、テトラヒドロフランー2ーイルオキシ基、 テトラヒドロフランー4ーイルオキシ基、ピペリジンー4ーイルオキシ基、ピペ 25 リジン-3-イルオキシ基、ピロリジン-3-イルオキシ基、ピロリジン-2-ィルオキシ基、1-アセチル-ピペリジン-4-イルオキシ基、1-アセチル-ピペリジン-3-イルオキシ基、3-アリルオキシ基、3-イソプロペニルオキ シ基、1-メチルーアリルオキシ基、2-フルオロ-1-フルオロメチルーエト

キシ基、2-フルオロ-1-メチル-エトキシ基、2-クロロ-1-メチル-エ トキシ基等が挙げられ、これらのうち、エトキシ基、イソプロポキシ基、2-メ トキシー1-メチルーエトキシ基、1-メトキシメチループロポキシ基、3-ヒ ドロキシー1ーメチループロポキシ基、1ーヒドロキシメチループロポキシ基、 2-ヒドロキシープロポキシ基、2-メトキシプロポキシ基、2-ヒドロキシー 1-メチルーエトキシ基、2-ヒドロキシーエトキシ基、2-メチルカルバモイ ルーエトキシ基、2-アセチルアミノー1-メチルーエトキシ基、シクロペンチ ルオキシ基、シクロヘキシルオキシ基、2-ヒドロキシーシクロペンチルオキシ 基、テトラヒドロフラン-3-イルオキシ基、テトラヒドロフラン-2-イルオ キシ基、テトラヒドロピラン-3-イルオキシ基、テトラヒドロフラン-4-イ 10 ルオキシ基、ピペリジンー4ーイルオキシ基、ピペリジンー3ーイルオキシ基、 ピロリジンー3-イルオキシ基、ピロリジン-2-イルオキシ基、1-アセチル - ピペリジン-4-イルオキシ基、1-アセチルーピペリジン-3-イルオキシ 基、3-イソプロペニルオキシ基、1-メチル-アリルオキシ基、ブチル基、イ ソプチル基、s-ブチル基、3-メトキシ-2-メチル-プロピル基、2-メト 15 キシメチルーブチル基、4ーヒドロキシー2ーメチルーブチル基、2ーヒドロキ シメチループチル基、3-ヒドロキシープチル基、3-メトキシプチル基、3-ヒドロキシー2-メチループロピル基、3-ヒドロキシープチル基、3-メチル カルバモイループロピル基、3-アセチルアミノ-2-メチループロピル基、2 - ヒドロキシメチルー3-プロペニル基、2-メチルー2-プロペニル基、2-20 フルオロー1-フルオロメチルーエトキシ基、2-フルオロー1-メチルーエト キシ基、2-クロロ-1-メチル-エトキシ基が好ましく、中でも、2-メトキ シー1-メチルーエトキシ基、1-メトキシメチループロポキシ基、3-ヒドロ キシー1-メチループロポキシ基、1-ヒドロキシメチループロポキシ基、2-ヒドロキシープロポキシ基、2-メトキシプロポキシ基、2-ヒドロキシー1-25 メチルーエトキシ基、2-ヒドロキシーエトキシ基、2-メチルカルバモイルー エトキシ基、2-アセチルアミノ-1-メチル-エトキシ基、シクロペンチルオ キシ基、シクロヘキシルオキシ基、2-ヒドロキシーシクロペンチルオキシ基、 テトラヒドロフラン-3-イルオキシ基、テトラヒドロピラン-3-イルオキシ

基、1-アセチルーピペリジン-4-イルオキシ基、1-アセチルーピペリジン - 3 - イルオキシ基、3 - イソプロペニルオキシ基、3 - メトキシー2 - メチル -プロピル基、2-メトキシメチル-プチル基、4-ヒドロキシ-2-メチル-ブチル基、2-ヒドロキシメチループチル基、3-ヒドロキシーブチル基、3-メトキシプチル基、3-ヒドロキシ-2-メチループロピル基、3-ヒドロキシ - プチル基、3-メチルカルバモイル-プロピル基、3-アセチルアミノ-2-メチループロピル基、2-ヒドロキシメチル-3-プロペニル基、2-メチルー 2-プロペニル基、2-フルオロ-1-フルオロメチル-エトキシ基、2-フル オロー1ーメチルーエトキシ基がさらに好ましく、中でも、2ーメトキシー1-メチルーエトキシ基、1ーメトキシメチループロポキシ基、3-ヒドロキシー1 10 -メチループロポキシ基、1-ヒドロキシメチループロポキシ基、2-ヒドロキ シー1ーメチルーエトキシ基、2ーアセチルアミノー1ーメチルーエトキシ基、 2-ヒドロキシーシクロペンチルオキシ基、テトラヒドロフラン-3-イルオキ シ基、1-アセチル-ピペリジン-4-イルオキシ基、3-メトキシ-2-メチ ループロピル基、2-メトキシメチルーブチル基、4-ヒドロキシー2-メチル 15 - ブチル基、2-ヒドロキシメチループチル基、3-ヒドロキシ-2-メチルー プロピル基、3-アセチルアミノ-2-メチル-プロピル基、2-ヒドロキシメ チルー3-プロペニル基、2-フルオロー1-フルオロメチルーエトキシ基が特 に好ましい。

20 B環は、前記式(III)



(III)

で表される基であって、前記式(I)のアミド基の窒素原子と結合した該B環中の炭素原子が、該環中の窒素原子と共にC=Nを形成する、単環の又は双環のヘテロアリール基を示す。

25 ここで、B環が示す「ヘテロアリール基」とは、前記式(I)で表されるアミド結合と結合したB環中の炭素原子が、窒素原子と共にC=Nを形成する式(II)で表される前記定義の「ヘテロアリール基」を意味する。なお、B環内の

C=Nの二重結合の表示は、形式上の表示であって、B環がヘテロアリール基で あればよい。

B環としては、該環のヘテロアリール基に5-アルコキシカルボニルーピリジ ン-2-イル基又は5-カルボキシルーピリジン-2-イル基を含まない場合が 好ましく、前記式(I)のアミド基の窒素原子と結合した該環中の炭素原子と共 にC=Nを形成する窒素原子の他に、B環内に窒素原子、硫黄原子及び酸素原子 からなる群より選択されるヘテロ原子を少なくとも1有する単環の又は双環のヘ テロアリール基である場合がより好ましい。

さらに、B環としては、前記式(I)のアミド基の窒素原子と結合した該B環 中の炭素原子と共にC=Nを形成する窒素原子の他に、B環内に窒素原子、硫黄 原子及び酸素原子からなる群より選択されるヘテロ原子を少なくとも1有する単 環の又は双環のヘテロアリール基であり、かつ、B環がチアゾール基である場合 には、該チアゾール基の5位の置換基がイソプロピル基を含まない場合が特に好 ましい。

10

20

B環が単環である場合には、該単環を構成する原子の数は、5又は6であるこ 15 とが好ましく、5であることがより好ましい。また、B環が双環である場合には、 5又は6員の単環とベンゼン環又はピリジン環とが縮合した9乃至10員の双環 が好ましく、5員の単環とピリジン環とが縮合した9員の双環がより好ましい。

B環としては、具体的には、例えば、チアゾリル基、イミダゾリル基、イソチ アゾリル基、チアジアゾリル基、トリアゾリル基、オキサゾリル基、イソキサゾ リル基、ピラジニル基、ピリジル基、ピリダジニル基、ピラゾリル基、ピリミジ ニル基、ピリドチアゾリル基又はペンゾチアゾリル基等が挙げられ、これらのう ち、チアゾリル基、チアジアゾリル基、イソキサゾリル基、ピラジニル基、ピリ ジル基、ピリドチアゾリル基又はピラゾリル基が好ましく、チアゾリル基、チア ジアゾリル基、イソキサゾリル基、ピリドチアゾリル基又はピラゾリル基がより 25 好ましい。

B環は、R3で示される置換基を該環内に1又は2有していてもよい。 ここでR³は、低級アルキル基、アルコキシ基、アルキルアミノ基、低級ジアル キルアミノ基、ハロゲン原子、トリフルオロメチル基、ヒドロキシアルキル基(該 ヒドロキシアルキル基中のヒドロキシ基の水素原子は、低級アルキル基で置換されていてもよい)、アミノアルキル基、アルカノイル基、カルボキシル基、アルコキシカルボニル基及びシアノ基から選択される基を示す。

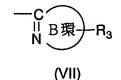
B環が上記R³を環内に2有している場合には、これらは同一又は異なってい 5 てもよい。

R³のB環上の結合位置は、B環が5乃至7員の単環のヘテロアリール基又は9乃至11員の双環のヘテロアリール基のいずれの場合であっても、B環上の結合可能な位置であれば、特に限定されることはない。

R³としては、これらのうち、低級アルキル基、アルコキシ基、ハロゲン原子、 10 ヒドロキシアルキル基(該ヒドロキシアルキル基中のヒドロキシ基の水素原子は、 低級アルキル基で置換されていてもよい)、アミノアルキル基又はアルカノイル 基が好ましく、低級アルキル基、ヒドロキシアルキル基(該ヒドロキシアルキル 基中のヒドロキシ基の水素原子は、低級アルキル基で置換されていてもよい)、 アルカノイル基がより好ましい。

15 R³としては、具体的には、例えばメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、イソプロポキシ基、ブトキシ基、塩素原子、フッ素原子、臭素原子、ヒドロキシメチル基、ヒドロキシエチル基、メトキシメチル基、エトキシエチル基、メトキシエチル基、メトキシカルボニル基、アミノステルスを、アミノプロピル基、メチルカルボニル基、エチルカルボニル基、プロピルカルボニル基、アミノカルボニル基、エチルカルボニル基、プロピルカルボニル基等が挙げられ、これらのうち、メチル基、エチルカルボニル基、塩素原子、フッ素原子、ヒドロキシメチル基、ヒドロキシエチル基、メトキシメチル基、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、アミノメチル基、アミノエチル基、メチルカルボニル基、エチルカルボニル基、アミノメチル基、アミノエチル基、メチルカルボニル基、エチルカルボニル基、アミノメチル基、アミノエチル基、メチルカルボニル基、メチルカルボニル基がより好ましく、メチル基、ヒドロキシメチル基、メトキシメチル基、メチルカルボニル基がより好ましい。

従って、下記式(VII)



「式中、各記号は前記定義に同じ」で表される基としては、具体的には、例えば チアゾールー2-イル基、4-メチルーチアゾール-2-イル基、4-ヒドロキ シメチルーチアゾールー2ーイル基、4ーメトキシカルポニルーチアゾールー2 - ーイル基、4-メトキシメチルーチアゾールー2-イル基、4-アミノメチルー チアゾールー2-イル基、4-シアノーチアゾールー2-イル基、4-シアノー チアゾールー2-イル基、4-フルオローチアゾールー2-イル基、イミダゾー ルー2-イル基、4-メチルーイミダゾールー2-イル基、4-メトキシカルボ ニルーイミダゾールー2ーイル基、イソチアゾールー3ーイル基、4ーヒドロキ シメチルーイソチアゾールー3ーイル基、[1,3,4]チアジアゾールー2ー 10 イル基、5-アセチルー[1,3,4]チアジアゾールー2-イル基、[1,2, 4] トリアゾールー2ーイル基、5ーヒドロキシメチルー[1,2,4]トリア ゾールー3-イル基、ピラジンー2-イル基、ピリジンー2-イル基、4-メチ ルーピリジン-2-イル基、4-メトキシメチル-イミダゾール-2-イル基、 4-アセチルーイミダゾールー2-イル基、5-ヒドロキシメチルーイミダゾー 15 $\nu - 2 - 4 \nu$ 基、 $5 - 3 + 2 \nu$ [1, 3, 4] チアジアゾールー $2 - 4 \nu$ 基、 $5 - 4 \nu$ -フルオロー[1,3,4] チアジアゾールー2-イル基、5-メチルー[1, 2,4]トリアゾール-2-イル基、5-アセチル-[1,2,4]トリアゾー ルー3-イル基、イソキサゾールー3-イル基、4-メトキシメチルーイソキサ ゾールー2-イル基、5-メチルーイソキサゾールー3-イル基、5-ヒドロキ 20 シメチル-イソキサゾール-3-イル基、5-メトキシメチル-イソキサゾール - 3 - イル基、5 - メチルカルボニル-イソキサゾール-3 - イル基、5 - クロ ローイソキサゾールー3ーイル基、5ーアミノメチルーイソキサゾールー3ーイ ル基、ピラゾールー3ーイル基、4メチルー1Hーピラゾールー3ーイル基、6 ーメチルーピリダジンー3ーイル基、チアゾールー4ーイル、2ーメチルーチア 25 ゾール-4-イル、イソキサゾール-3-イル、チアゾロ[5, 4-b] ピリジ ン-2-イル、3-メチル-[1,2,4]チアジアゾリル-5-イル基、1メチル-1H-ピラゾール-3-イル基、が好ましい。 以上より、本発明に係る式(I)

[式中、各記号は前記定義に同じ]で表される化合物としては、より具体的には、 例えば5-イソプロポキシ-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-(4 - メチルチアゾール-2-イル) -ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ) -3- (4-メタンスルホニルフェノキシ) -N-チアゾー ル-2-イル-ベンズアミド、5-エトキシ-3-(4-メタンスルホニルフェ ノキシ)-N-(4-メトキシメチル-チアゾール-2-イル)ベンズアミド、 5-シクロペンチルオキシー3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-チ 10 アゾール-2-イル-ベンズアミド、3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -5-(テトラヒドロフラン-3ーイルオキシ)-Nーチアゾール-2ーイルー ベンズアミド、3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-(2-メトキシ -1-メチル-エトキシ)-N-チアゾール-2-イル-ベンズアミド、3-(4 - メタンスルホニルフェノキシ) - 5 - (2 - メトキシ-1 - メトキシメチルー 15 エトキシ)-N-チアゾール-2-イル-ベンズアミド、3-(2-フルオロ-4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-イソプロポキシ-N-チアゾール-2 ーイルーベンズアミド、3- (4-メタンスルホニルフェノキシ) -5- (1-メトキシメチループロポキシ) -N-(4-メチルーチアゾール-2-イル)-ベンズアミド、5-イソプロポキシ-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) 20 -N-ピラゾール-3-イルーペンズアミド、5-イソプロポキシ-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) - N - ピラジン - 2 - イルーベンズアミド、3 -(4-メタンスルホニルフェノキシ) -5-(3-メトキシ-1-メチループロ

ポキシ) - N - チアゾール - 2 - イルーベンズアミド、5 - (3 - ヒドロキシー 1-メチループロポキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-チ アゾールー2-イルーベンズアミド、5-イソプロポキシー3-(4-メタンス ルホニルフェノキシ)-N-ピリミジン-4-イルーペンズアミド、5-イソプ ロポキシー3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-(ピリミジン-2-イル) -ベンズアミド、N- (4-ヒドロキシメチルーチアゾール-2-イル) -5-イソプロポキシ-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-ベンズアミ ド、N-(イソオキサゾール-3-イル)-3-(4-メタンスルホニルフェノ キシ) -5-(1-メトキシメチループロポキシ) -ベンズアミド、3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-(1-メトキシメチループロポキシ)-N 10 - [1, 3, 4] チアジアゾールー2ーイルーベンズアミド、5ー(1ーヒドロ キシメチループロポキシ) -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-(4 -メチル-チアゾール-2-イル) -ベンズアミド、N-(4-ヒドロキシメチ ルーチアゾールー2ーイル)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-(1-メトキシメチループロポキシ)ーベンズアミド、5-(2-アミノ-1-15 メチルーエトキシ)-3- (4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-チアゾー ルー2-イルーベンズアミド、5-(2-ジメチルアミノ-1-メチルーエトキ シ) -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-チアゾール-2-イル-ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシープロポキシ)-3-(4-メタンスルホ ニルフェノキシ) - N - (4 - メチルーチアゾール-2 - イル) - ベンズアミド、 20 3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-(2-メトキシープロポキシ) -N-(4-メチル-チアゾール-2-イル)-ベンズアミド、5-イソプロポ キシ-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-(チアゾロ[5, 4-b] ピリジン-2-イル) -ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシメチル-アリル) -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-チアゾール-2-イルーベン 25 ズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-(4-メタン スルホニルフェノキシ) -N-チアゾロ[5, 4-b] ピリジン-2-イルーベ ンズアミド、5-(3-ヒドロキシ-2-メチループロピル)-3-(4-メタ ンスルホニルフェノキシ)-N-チアゾール-2-イルーベンズアミド、3-(4

ーメタンスルホニルフェノキシ) -N- (4-メチル-チアゾール-2-イル) - 5 - (ピペリジン-4-イルーオキシ) - ペンズアミド塩酸塩、5 - (1-ア セチルーピペリジンー4ーイルオキシ) -3- (4-メタンスルホニルフェノキ シ) - N - (4 - メチルーチアゾールー2 - イル) - ベンズアミド、2 - 「3 -**(4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-(4-メチルーチアゾール-2-イ** 5 ルーカルバモイル) ーフェノキシ] プロピオン酸、5-(3-ヒドロキシ-1-メチループロポキシ) - 3 - (4 - メタンスルホニルフェノキシ) - N - チアゾ ールー2ーイルーペンズアミド、3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-5 - (1-メチルカルバモイル-エトキシ)-N- (4-メチル-チアゾール-2 ーイル)ーペンズアミド、5-(2-アセチルアミノー1-メチルーエトキシ) 10 -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-チアゾール-2-イルーベン ズアミド、N-[4-(1-ヒドロキシーエチル)-チアゾール-2-イル]-5-イソプロポキシー3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-ベンズアミド、 5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-3-(4-メタンスルホニル フェノキシ) - N - ピリジン - 2 - イルーベンズアミド、5 - (2 - ヒドロキシ 15 -エトキシ) -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -N-チアゾール-2 ーイルーベンズアミド、5-(2-ヒドロキシーシクロペンチルオキシ)-3-**(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-チアゾール-2-イル-ベンズアミ** ド、N-(4-アセチルーチアゾール-2-イル)-5-(2-ヒドロキシ-1 20 ーメチルーエトキシ) -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -ベンズアミ ド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-N-(4-ヒドロキシメ チルーチアゾールー2ーイル)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-ベ ンズアミド、N-[4-(1-ヒドロキシ-エチル)-チアゾール-2-イル] -5~(2~ヒドロキシ~1~メチル~エトキシ)~3~(4~メタンスルホニ 25 ルフェノキシ) -ベンズアミド、3-(3-フルオロ-4-メタンスルホニルフ ェノキシ)-5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-N-チアゾール -2-イルーベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-(5-メチルーチアゾール-2 ーイル) ベンズアミド、5ー(2ーヒドロキシー1ーメチルーエトキシ)-3-

(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-([1, 2, 4] チアジアゾールー 5-イル) -ベンズアミド、N-(4-ヒドロキシメチルーチアゾール-2-イ ル) -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -5-(2-メトキシ-1-メ チルーエトキシ)ーベンズアミド、5-(2-ヒドロキシー1-メチルーエトキ シ) -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-(5-メトキシカルボニ ルーピリジン-2-イル)-ベンズアミド、6-[5-イソプロポキシ-3-(4 - メタンスルホニルフェノキシ) - ベンゾイルアミノ] ニコチン酸、5 - (2 -ヒドロキシー1ーメチループロポキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキ シ) -N-チアゾール-2-イル-ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ) - N- (イソキサゾール-3-イル) - 3- (4-メタンス 10 ルホニルフェノキシ) -ベンズアミド、N-(5-ヒドロキシメチルーチアゾー ルー2-イル)-5-イソプロポキシー3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -ベンズアミド、N-[4-(1-ヒドロキシ-エチル)ーチアゾール-2-イ ル] -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -5-(2-メトキシ-1-メ チルーエトキシ) -ベンズアミド、N-(4-ヒドロキシメチルーチアゾールー 15 2-イル)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-(テトラヒドロフ ラン-3-イルーオキシ)ーベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチル -エトキシ) -3- (4-メタンスルホニルフェノキシ) -N- (2-メチルチ アゾールー4ーイル)ーベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエ トキシ) -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-(4-メトキシメチ 20 ルーチアゾールー2-イル) -ベンズアミド、N-[4-(1-ヒドロキシーエ チル) -チアゾール-2-イル] -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -5-(2-メトキシ-1-メチル-エトキシ)ーベンズアミド、N-[4-(1 ーヒドロキシーエチル) ーチアゾールー2ーイル] ー3ー(4ーメタンスルホニ ルフェノキシ) -5- (テトラヒドロフラン-3-イルーオキシ) -ベンズアミ 25 ド、N-[4-(1-ヒドロキシーエチル) -チアゾール-2-イル] -3-(4 -メタンスルホニルフェノキシ) -5- (テトラヒドロフラン-3-イルーオキ シ) -ベンズアミド、N-(2,5-ジメチルチアゾール-4-イル)-5-(2 ーヒドロキシー1ーメチルーエトキシ)-3-(4ーメタンスルホニルフェノキ

シ)-ベンズアミド、5-イソプロポキシ-3-(4-メトキシカルボニルアミ ノメチルフェノキシ)-N-チアゾール-2-イル-ベンズアミド、5-イソプ ロポキシー3-(4-メチルカルバモイル-フェノキシ)-N-チアゾール-2 ーイルーベンズアミド、3ー(4ージメチルカルバモイルーフェノキシ)ー5ー 5 - イソプロポキシ-N-チアゾール-2-イル-ベンズアミド、5-イソプロポキ シー3- (4-メチルカルボニルアミノメチル-フェノキシ)-N-チアゾール - 2 - イルーベンズアミド、5 - イソプロポキシ-3 - (4 - メタンスルホニル **アミノメチルーフェノキシ)-N-チアゾール-2-イルーベンズアミド、3-**[4-(1-ヒドロキシープロピル) -フェノキシ] - 5 - イソプロポキシーN - -チアゾールー2-イルーベンズアミド、6-[3-イソプロポキシー5-(チ 10 アゾールー2-イルカルバモイル)-フェノキシ]-ニコチン酸メチルエステル、 3-(5-ヒドロキシメチルーピリジン-2-イル-オキシ)-5-イソプロポ キシーNーチアゾールー2ーイルーベンズアミド、5ーイソプロポキシー3-(5 ーメタンスルホニルピリジンー2ーイル) - N - チアゾール - 2 - イルーベンズ 15 アミド、3-(5-アセチルーピリジン-2-イルーオキシ)-5-イソプロポ キシーN-チアゾールー2-イルーベンズアミド、5-イソプロポキシー3-(5 ーメトキシカルボニルーピラジンー2ーイルーオキシ)-N-チアゾールー2-イルーベンズアミド、3- (5-シアノーピリジン-2-イルーオキシ)-5-イソプロポキシ-N-チアゾール-2-イル-ベンズアミド、5-イソプロポキ 20 シー3-(2-オキソー1, 2-ジヒドローピリジンー4-イルーオキシ)-N ーチアゾールー2ーイルーベンズアミド、5ーイソプロポキシー3ー(2ーオキ ソー1,2-ジヒドローピリジン-3-イル-オキシ)-N-チアゾール-2-イルーベンズアミド、5ーイソプロポキシー3ー(2ーオキソー1, 2ージヒド ローピリジン-3-イルーオキシ)-N-チアゾロ[5, 4-b] ピリジン-2 ーイルーベンズアミド、5ーイソプロポキシー3-([1,3,4]チアジアゾ 25 ールー2ーイルスルファニル)-N-チアゾロ[5,4-b]-ピリジン-2イ ルーベンズアミド、5-イソプロポキシー3-(4-メチルー[1, 2, 4]ト リアゾールー3ーイルスルファニル)-N-チアゾール-2ーイルーペンズアミ ド、5-イソプロポキシ-3-チアゾール-2-イルスルファニル-N-チアゾ

4] トリアゾールー3ーイルスルファニル) -N-チアゾール-2-イルーベン ズアミド、5-イソプロポキシ-3-([1,3,4]チアジアゾール-2-イ ルスルファニル) - N - チアゾール - 2 - イル - ベンズアミド、5 - イソプロポ キシー3-(5-メチルスルファニルー[1,3,4]チアジアゾールー2-イ ルスルファニル) - N - チアゾール - 2 - イルーベンズアミド、5 - イソプロポ キシー3-(5-メチルー[1,3,4]チアジアゾールー2-イルスルファニ ル) -N-チアゾール-2-イルーベンズアミド、5- (テトラヒドロフラン-3-イル-オキシ)-N-チアゾール-2-イル-3-(4H-[1, 2, 4] トリアゾールー3-イルスルファニル)-ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ 10 -1-メチル-エトキシ)-N-(4-メチル-チアゾール-2-イル)-3-(「1.3.4] チアジアゾールー2ーイルスルファニル) ーベンズアミド、5 - (3-ヒドロキシ-1-メチループロポキシ)-N-(4-メチルーチアゾー N-2-1ル) -3-([1, 3, 4] チアジアゾールー2ー1ルスルファニル)ーベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-([1, 15 41 チアジアゾールー2ーイルスルファニル) - N - チアゾールー2ーイル ーベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェニルスルファニル) - N - チアゾール - 2 - イルーベンズ アミド、3-(3-フルオローフェニルチオ)-5-(2-ヒドロキシ-1-メ チルーエトキシ) -N-チアゾール-2-イルーベンズアミド、5-(2-ヒド 20 ロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-(ピリジン-4-イルスルファニル)-N-チアゾール-2-イル-ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチル ーエトキシ)-3-(6-メチルーピリジン-3-イルスルファニル)-N-チ アゾール-2-イル-ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエト 25 2, 4] -チアジアゾール-5-イル) -ベンズアミド、N-[3-ヒドロキシ メチルー1,2,4ーチアジアゾールー5ーイル]-3ー(4ーメタンスルホニ ルフェノキシ) -5-(2-メトキシ-1-メチル-エトキシ) ベンズアミド、 5-(3-ヒドロキシ-1-メチルエトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフ

ェノキシ) -N-[5-メチル-1, 2, 4-チアジアゾール-3-イル] ベン ズアミド、5-(ヒドロキシー1-メチルエトキシ)-3-(4-メタンスルホ ニルフェノキシ) -N-(3-メトキシ-1, 2, 4-チアジアゾール-5-イ ル) ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-3-(4 - メタンスルホニルフェノキシ)-N-(1,2,5-チアジアゾール-3-イ 5 ル) ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-(4 - メタンスルホニルフェノキシ) - N - (4 - トリフルオロメチルーチアゾール -2-イル) ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-3 - (4 - メタンスルホニルフェノキシ) - N - (4, 5, 6, 7 - テトラヒドロベンゾチアゾールー2ーイル)ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシー1-メ 10 チルーエトキシ) -3- (4-メタンスルホニルフェノキシ) -N- (ピリダジ ンー3-イル)-ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ) -N-(3-7)(4-メタンスルホニルフェノキシ) ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1 - メチル-エトキシ) - 3 - (4 - メタンスルホニルフェノキシ) - N - (3 -15 メチルー[1, 2, 4]ーオキサジアゾールー5ーイル)ベンズアミド、5ー(2 ーヒドロキシー1-メチルーエトキシ)-N-[4-(1-ヒドロキシー1-メ チルーエチル) -チアゾールー2ーイル] -3-(4-メタンスルホニルフェノ キシ) ベンズアミド、N-(4-シアノーチアゾール-2-イル)-5-(2-ヒドロキシー1-メチル-エトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) 20 ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-(4-メ タンスルホニルフェノキシ) - N - (1 - メチル - 1 H - ピラゾール - 3 - イル) ベンズアミド、5-(1-ヒドロキシメチループロポキシ)-3-(4-メタン スルホニルフェノキシ) - N - (ピリジン-2-イル) ベンズアミド、5-(2 -ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキ 25 シ) - N - (5 - メチルーイソチアゾール - 3 - イル) ベンズアミド、5 - (3 ーヒドロキシーシクロペンチルオキシ) -3-(4-メタンスルホニルフェノキ シ) -N- (チアゾール-2-イル) ベンズアミド、5- (2-ヒドロキシ-1 -メチル-エトキシ) -3- (4-メタンスルホニルフェノキシ) -N- (5-

メトキシーチアゾールー2ーイル)ベンズアミド、5 - (1 - ヒドロキシメチル <u>, -2-メチループロポキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-</u> (チアゾール-2-イル) ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチルー エトキシ) -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -N-(1H-[1, 2,3] トリアゾールー4ーイル) ベンズアミド、N- (1-アセチルー1H-ピラ ゾールー3-イル) -5- (2-ヒドロキシー1-メチルーエトキシ) -3- (4 ーメタンスルホニルフェノキシ)ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシー1-メ チルーエトキシ) - 3 - (4 - メタンスルホニルフェノキシ) - N - (ピラゾー ルー3-イル) ベンズアミド、N-(5,6-ジヒドロ-4H-シクロペンタチ $10 \quad \text{PV} - \text{N} - 2 - \text{IN} - 5 - (2 - \text{EVI} + \text{EV} - 1 - \text{EV} + \text{EV} - \text{EV} - 1 - \text{EV} + \text{EV} - 1 - \text{EV}$ (4-メタンスルホニルフェノキシ)ベンズアミド、5-(1-ヒドロキシメチ ループロポキシ) - 3 - (4 - メタンスルホニルフェノキシ) - N - (1 - メチ ルー1H-ピラゾールー3-イル) ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシー1-メチルーエトキシ) - 3 - (4 - メタンスルホニルフェノキシ) - N - (チエノ [3, 2-d] チアゾール-2-イル) ペンズアミド、3-(3-フルオロ-4 15 -メタンスルホニルフェノキシ)-5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキ シ) -N- (1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル) ベンズアミド、3-(4 -メタンスルホニルフェノキシ)-5-(2-メトキシ-1-メチル-エトキシ) -N-(ピラゾール-3-イル)ベンズアミド、3-(4-シアノ-フェノキシ) -5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-N-(1-メチル-1H-20 ピラゾールー3-イル)ペンズアミド、3-(4-エチルスルホニルフェノキシ) -5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾールー3ーイル)ベンズアミド、3-(6-エタンスルホニルピリジンー 3-イルオキシ)-5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-N-(1 -メチル-1H-ピラゾール-3-イル)ベンズアミド、5-(3-ヒドロキシ 25 -1-メチループロポキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル) ベンズアミド、3-(4-エタン スルホニルフェノキシ) -5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-N (イソキサゾール-3-イル)ペンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メ

チル-エトキシ) -3- (4-イソプロピルスルホニルフェノキシ) -N- (1 -メチル-1H-ピラゾール-3-イル) ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ -1-メチル-エトキシ)-N-(4-ヒドロキシ-4-メチル-4,5,6, 6 a - テトラヒドロー3 a H - シクロペンタチアゾールー2 - イル) - 3 - (4 - メタンスルホニルフェノキシ)ベンズアミド、3 - (4 - ジメチルカルバモイ ルーフェノキシ) -5- (2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ) -N- (1 -メチル-1H-ピラゾール-3-イル) ベンズアミド、3-(4-アセチルフ ェノキシ) -5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ) -N-(1-メチ ルー1H-ピラゾールー3-イル)ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシー1-メチルーエトキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル)-3-10 (1, 3, 4-チアジアゾール-2-イルスルファニル)ベンズアミド、N-(1 -エチル-1H-ピラゾール-3-イル)-5-(2-ヒドロキシ-1-メチルー エトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)ペンズアミド、5-(2-ヒドロキシー1ーメチルーエトキシ)-3-(6-メタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル)ベンズア 15 ミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-3-(4-メトキシカ ルボニルアミノメチルーフェノキシ) -N-(3-メチル-1,2,4-チアジ アゾール-5-イル) ベンズアミド、5-(1-ヒドロキシメチループロポキシ) -3-(6-メタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-N-(1-メチル -1H-ピラゾール-3-イル)ベンズアミド、3-(6-メタンスルホニルピ 20 リジン-3-イルオキシ)-5-(1-メトキシメチループロポキシ)-N-(1 -メチル-1H-ピラゾール-3-イル)ベンズアミド、5-イソプロポキシー 3-(6-メタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-N-(1-メチルー 1H-ピラゾール-3-イル)ベンズアミド、5-(2-フルオロ-1-フルオ ロメチルーエトキシ) -3-(6-メタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ) 25 -N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル)ベンズアミド、3-(6-エタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-5-(2-ヒドロキシ-1-メ チルーエトキシ) -N- (イソキサゾール-3-イル) ベンズアミド、5-(2 ーヒドロキシー1ーメチルーエトキシ) -3-(4-メタンスルホニルフェニル

PCT/JP2004/002284

スルファニル) -N- (1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル) ベンズアミ ド、5-シクロプロピルオキシ~3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N - (1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル) ベンズアミド、3-(6-メタ ンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-5-(1-メトキシメチループロポ キシ) -N-(ピラゾール-3-イル)ベンズアミド、5-(2-フルオロ-1 -フルオロメチル-エトキシ) - 3 - (4 - メタンスルホニルフェノキシ) - N - (1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル) ベンズアミド、3-(6-エタ ンスルホニルピリジンー3ーイルオキシ)-5-(1-ヒドロキシメチループロ ポキシ)-N(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル)ベンズアミド、5-(6 ーエタンスルホニルピリジンー3ーイルオキシ)-3-(2-メトキシ-1-メチ 10 ルーエトキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル)ベンズアミ ド、2-[3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-(1-メチル-1H -ピラゾール-3-イルカルバモイル)-フェノキシ]プロピオン酸-tert ープチルエステル、3-(6-エタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-5-(2-メトキシ-1-メチル-エトキシ)-N-(ピラゾール-3-イル) ーベンズアミド、3-(6-メタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-N - (1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル)-5-(テトラヒドロフラン-3-イル) ベンズアミド、N-(1-エチル-1H-ピラゾール-3-イル)-5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-3-(6-メタンスルホニル ピリジン-3-イルオキシ)ベンズアミド、5-(2-フルオロ-1-フルオロ 20 メチルーエトキシ)ー3-(6-メタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ) -N-(ピラゾール-3-イル)ベンズアミド、3-(6-メタンスルホニルピ リジン-3-イルオキシ) -5-(2-メトキシ-1-メチルーエトキシ) -N - (1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル) ベンズアミド、3-(6-エタ ンスルホニルピリジンー3ーイルオキシ)-5-(2-フルオロー1-フルオロメ 25 チルーエトキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル) ベンズアミ ド、2-[3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-(1-メチル-1H - ピラゾール-3-イルカルバモイル)-フェノキシ]プロピオン酸、3-(6 -エタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-5-イソプロポキシ-N-(ピ

15

WO 2004/076420 PCT/JP2004/002284 51

ラゾールー3ーイル) ベンズアミド、3-(6-エタンスルホニルピリジン-3 ーイルオキシ) -5-イソプロポキシ-N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル) ペンズアミド、3-(6-エタンスルホニルピリジン-3-イルオキ シ)-5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-N-(ピラゾール-3 ーイル) ベンズアミド、3 - (6 - エタンスルホニルピリジン - 3 - イルオキシ) -5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-N-(ピリジン-2-イル) ベンズアミド、3-(6-エタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-N-チアゾール-2-イルーベン ズアミド5-(2-フルオロ-1-メチルーエトキシ)-3-(6-メタンスル ホニルピリジン-3-イルオキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3 10 ーイル) ベンズアミド、5-(2-クロロ-1-メチル-エトキシ) -3-(6 -エタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-N-(1-メチル-1H-ピ ラゾールー3ーイル)ベンズアミド、5-(2-フルオロ-1-フルオロメチルー エトキシ)-N-(イソキサゾール-3-イル)-3-(6-メタンスルホニルピ リジン-3-イルオキシ)ベンズアミド、5-(2-フルオロ-1-フルオロメチ 15 ルーエトキシ)-3-(6-メタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-N-(ピリジン-2-イル) ベンズアミド、5-(2-フルオロ-1-フルオロメチル -エトキシ)-3-(6-メタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-N-(3 ーメチルー[1,2,4]ーチアジアゾールー5ーイル)ベンズアミド、3ー(4 ージメチルスルファモイルフェノキシ) -5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-20 エトキシ) -N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル) ベンズアミド、 5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-3-(3-メタンスルホニル フェノキシ) - N - (1 - メチル - 1 H - ピラゾール - 3 - イル) ベンズアミド、 5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-3-(6-イソプロピルスル ホニルピリジン-3-イルオキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3 25 ーイル) ベンズアミド、3-(3-クロロ-4-メタンスルホニルフェノキシ) -5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾールー3ーイル) ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシー1-メチルーエ トキシ) - N - (1 - メチル - 1 H - ピラゾール - 3 - イル) - 3 - (ピリジン

-3-イルオキシ)ベンズアミド、5-(2-フルオロ-1-フルオロメチルー エトキシ) -N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル) -3-(ピリジ ン-3-イルオキシ)ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエト キシ) -N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル)-3-(ピリジン-4-イルオキシ) ベンズアミド、5-(2-フルオロ-1-フルオロメチルーエ 5 トキシ) -N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル)-3-(ピリジン -4-イルオキシ)ベンズアミド、2-[3-(6-エタンスルホニルピリジン -3-イルオキシ)-5-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イルカルバモ イル) -フェノキシ] プロピオン酸、5-(2-フルオロ-1-フルオロメチル -エトキシ)-3-(3-フルオロ-4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-10 (1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル)ペンズアミド等である化合物が挙 げられ、これらのうち、例えば5-イソプロポキシ-3-(4-メタンスルホニ ルフェノキシ) -N-(4-メチルチアゾール-2-イル) -ベンズアミド、5 - (2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフ ェノキシ) - N - チアゾール - 2 - イルーベンズアミド、5 - エトキシー3 - (4 15 - メタンスルホニルフェノキシ) - N - (4 - メトキシメチルーチアゾール-2 -イル) ベンズアミド、5-シクロペンチルオキシ-3-(4-メタンスルホニ ルフェノキシ) - N - チアゾール - 2 - イル - ベンズアミド、3 - (4 - メタン スルホニルフェノキシ) -5- (テトラヒドロフラン-3-イルオキシ) -N-チアゾールー2-イルーベンズアミド、3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) 20 -5-(2-メトキシ-1-メチル-エトキシ)-N-チアゾール-2-イルー ベンズアミド、3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-(2-メトキシ -1-メトキシメチル-エトキシ)-N-チアゾール-2-イル-ベンズアミド、 3-(2-フルオロ-4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-イソプロポキシ -N-チアゾール-2-イルーベンズアミド、3-(4-メタンスルホニルフェ 25 ノキシ) -5-(1-メトキシメチル-プロポキシ) -N-(4-メチルーチア ゾールー2ーイル)ーペンプアミド、3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -5-(3-メトキシ-1-メチループロポキシ)-N-チアゾールー2-イル ーベンズアミド、5~(3~ヒドロキシ-1~メチループロポキシ)~3~(4

WO 2004/076420 PCT/JP2004/002284

- メタンスルホニルフェノキシ) - N-チアゾール-2-イルーペンズアミド、 N- (4-ヒドロキシメチルーチアゾール-2-イル) -5-イソプロポキシー 3- (4-メタンスルホニルフェノキシ) -ペンズアミド、N- (イソオキサゾ ールー3-イル)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-(1-メト 5 キシメチループロポキシ)ーベンズアミド、3-(4-メタンスルホニルフェノ キシ) -5-(1-メトキシメチループロポキシ) -N-[1, 3, 4] チアジ アゾールー2ーイルーベンズアミド、5ー(1ーヒドロキシメチループロポキシ) -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-(4-メチルーチアゾールー 2-イル) -ベンズアミド、N-(4-ヒドロキシメチルーチアゾール-2-イ ル) -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-(1-メトキシメチルー 10 プロポキシ)ーベンズアミド、5-(2-アミノ-1-メチルーエトキシ)-3 - (4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-チアゾール-2-イルーベンズア ミド、5-(2-ヒドロキシープロポキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェ ノキシ)-N-(4-メチルーチアゾール-2-イル)-ベンズアミド、3-(4 ーメタンスルホニルフェノキシ) - 5 - (2 - メトキシープロポキシ) - N - (4 15 ーメチルーチアゾールー2ーイル)ーベンズアミド、5ーイソプロポキシー3ー (4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-(チアゾロ[5,4-b] ピリジン -メタンスルホニルフェノキシ) -N-チアゾール-2-イルーベンズアミド、 5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-3-(4-メタンスルホニル 20 フェノキシ) -N-チアゾロ[5,4-b] ピリジン-2-イルーベンズアミド、 5-(3-ヒドロキシ-2-メチループロピル)-3-(4-メタンスルホニル フェノキシ) - N - チアゾール - 2 - イル - ベンズアミド、5 - (1 - アセチル ーピペリジン-4-イルオキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N- (4-メチル-チアゾール-2-イル) -ベンズアミド、2-[3-(4-25 メタンスルホニルフェノキシ) -5-(4-メチルーチアゾール-2-イルーカ ルパモイル)-フェノキシ]プロピオン酸、5-(3-ヒドロキシ-1-メチル -プロポキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-チアゾール-2-イルーペンズアミド、5-(2-アセチルアミノー1-メチルーエトキシ)

-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-チアゾール-2-イルーベン ズアミド、N-[4-(1-ヒドロキシーエチル)ーチアゾール-2-イル]-5-イソプロポキシ-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-ベンズアミド、 5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-3-(4-メタンスルホニル フェノキシ) - N - ピリジン - 2 - イルーベンズアミド、5 - (2 - ヒドロキシ -エトキシ) -3- (4-メタンスルホニルフェノキシ) -N-チアゾール-2 -イル-ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシーシクロペンチルオキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) - N - チアゾール-2-イル-ベンズアミ ド、N-(4-アセチルーチアゾール-2-イル)-5-(2-ヒドロキシ-1 -メチル-エトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-ベンズアミ 10 ド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-N-(4-ヒドロキシメ チルーチアゾールー2ーイル) -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) ーベ ンズアミド、N- [4-(1-ヒドロキシーエチル) -チアゾール-2-イル] -5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-3-(4-メタンスルホニ ルフェノキシ)-ベンズアミド、3-(3-フルオロ-4-メタンスルホニルフ 15 ェノキシ) -5- (2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ) -N-チアゾール -2-イル-ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-(5-メチルーチアゾール-2 ーイル) ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-([1, 2, 4] チアジアゾール-20 5-イル) -ベンズアミド、N-(4-ヒドロキシメチルーチアゾール-2-イ ル) -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -5-(2-メトキシ-1-メ チルーエトキシ)ーベンズアミド、5-(2-ヒドロキシー1-メチルーエトキ シ) -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-(5-メトキシカルポニ ルーピリジンー2ーイル) ーベンズアミド、6 ー [5 ーイソプロポキシー3 ー(4 - メタンスルホニルフェノキシ) - ペンゾイルアミノ] ニコチン酸、5 - (2 -ヒドロキシー1-メチループロポキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキ シ) -N-チアゾール-2-イル-ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ) -N- (イソキサゾール-3-イル) -3- (4-メタンス

ルホニルフェノキシ) -ベンズアミド、N-(5-ヒドロキシメチルーチアゾー ルー2-イル)-5-イソプロポキシー3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) ーベンズアミド、N-[4-(1-ヒドロキシ-エチル)ーチアゾール-2-イ ル] -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -5-(2-メトキシ-1-メ チルーエトキシ) ーベンズアミド、N-(4-ヒドロキシメチルーチアゾールー 2-イル)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-(テトラヒドロフ ラン-3-イルーオキシ)-ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチル -エトキシ) -3- (4-メタンスルホニルフェノキシ) -N- (2-メチルチ アゾールー4ーイル)ーベンズアミド、5ー(2ーヒドロキシー1ーメチルーエ トキシ) - 3 - (4 - メタンスルホニルフェノキシ) - N - (4 - メトキシメチ 10 ルーチアゾールー2-イル) -ベンズアミド、N-[4-(1-ヒドロキシーエ チル) -チアゾール-2-イル] -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-(2-メトキシ-1-メチルーエトキシ)ーベンズアミド、N-[4-(1 -ヒドロキシーエチル) -チアゾール-2-イル] -3-(4-メタンスルホニ ルフェノキシ) -5- (テトラヒドロフラン-3-イルーオキシ) -ベンズアミ 15 ド、N-[4-(1-ヒドロキシーエチル)-チアゾール-2-イル]-3-(4 - メタンスルホニルフェノキシ) - 5 - (テトラヒドロフラン-3-イルーオキ シ)ーベンズアミド、N-(2,5-ジメチルチアゾール-4-イル)-5-(2 ーヒドロキシー1ーメチルーエトキシ)ー3ー(4ーメタンスルホニルフェノキ シ)ーベンズアミド、5ーイソプロポキシー3ー(4ーメトキシカルボニルアミ 20 **ノメチルフェノキシ)-N-チアゾールー2-イル-ベンズアミド、5-イソプ** ロポキシー3-(4-メチルカルバモイル-フェノキシ)-N-チアゾール-2 ーイルーベンズアミド、5ーイソプロポキシー3ー(4ーメチルカルボニルアミ ノメチル-フェノキシ)-N-チアゾール-2-イルーペンズアミド、5-イソ プロポキシー3- (4-メタンスルホニルアミノメチル-フェノキシ)-N-チ 25 アゾールー2ーイルーベンズアミド、3-「4-(1-ヒドロキシープロピル) -フェノキシ] -5-イソプロポキシ-N-チアゾール-2-イルーベンズアミ ド、6-「3-イソプロポキシ-5-(チアゾール-2-イルカルバモイル)-フェノキシ ニニコチン酸メチルエステル、3-(5-ヒドロキシメチルーピリ

ジン-2-イルーオキシ)-5-イソプロポキシ-N-チアゾール-2-イルー ベンズアミド、5-イソプロポキシ-3-(5-メタンスルホニルピリジン-2 ーイル) -N-チアゾール-2-イルーベンズアミド、3-(5-アセチルーピ リジン-2-イルーオキシ) -5-イソプロポキシ-N-チアゾール-2-イル -ベンズアミド、5-イソプロポキシー3-(5-メトキシカルボニルーピラジ 5 ン-2-イル-オキシ) -N-チアゾール-2-イルーベンズアミド、3-(5 -シアノーピリジン-2-イルーオキシ)-5-イソプロポキシ-N-チアゾー ルー2ーイルーベンズアミド、5ーイソプロポキシー3ー(2ーオキソー1,2 -ジヒドロ-ピリジン-4-イル-オキシ)-N-チアゾール-2-イル-ベン ズアミド、5-イソプロポキシ-3-(2-オキソ-1,2-ジヒドローピリジ 10 ン-3-イルーオキシ)-N-チアゾール-2-イルーベンズアミド、5-イソ プロポキシー3-(2-オキソー1,2-ジヒドローピリジン-3-イルーオキ シ) -N-チアゾロ[5, 4-b] ピリジン-2-イルーベンズアミド、5-イ ソプロポキシー3-([1,3,4]チアジアゾール-2-イルスルファニル) -N-チアゾロ[5, 4-b]-ピリジン-2イルーベンズアミド、5-イソプ 15 ロポキシ-3-(4-メチル-[1,2,4]トリアゾール-3-イルスルファ ニル) -N-チアゾール-2-イルーベンズアミド、5-イソプロポキシ-3-チアゾール-2-イルスルファニル-N-チアゾール-2-イル-ベンズアミド、 5-イソプロポキシ-3-(4H-[1, 2, 4]トリアゾール-3-イルスル ファニル) - N - チアゾール - 2 - イル - ベンズアミド、5 - イソプロポキシー 20 3-([1, 3, 4] チアジアゾール-2-イルスルファニル)-N-チアゾー ルー2-イルーベンズアミド、5-イソプロポキシー3-(5-メチルスルファ ニルー[1, 3, 4] チアジアゾールー2ーイルスルファニル) -Nーチアゾー ルー2ーイルーペンズアミド、5ーイソプロポキシー3ー(5ーメチルー[1, 3, 4] チアジアゾールー2ーイルスルファニル) - N - チアゾールー2 - イル 25 ーペンズアミド、5ー(テトラヒドロフラン-3ーイルーオキシ)ーNーチアゾ ニル) -ベンズアミド、5- (2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ) -N-(4-メチルーチアゾールー2-イル) -3-([1, 3, 4] チアジアゾール

-2-イルスルファニル)ーベンズアミド、5-(3-ヒドロキシー1ーメチル -プロポキシ) -N-(4-メチル-チアゾール-2-イル) -3-([1, 3, 4] チアジアゾールー2ーイルスルファニル) ーベンズアミド、5ー(2ーヒド ロキシー1-メチルーエトキシ)-3-([1,3,4]チアジアゾールー2-イルスルファニル)-N-チアゾール-2-イル-ペンズアミド、5-(2-ヒ 5 ドロキシー1-メチル-エトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェニルスル ファニル)-N-チアゾール-2-イル-ベンズアミド、3-(3-フルオロ-フェニルチオ)-5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-N-チアゾ ールー2ーイルーベンズアミド、5ー(2ーヒドロキシー1ーメチルーエトキシ) -3-(ピリジン-4-イルスルファニル)-N-チアゾール-2-イルーベン 10 ズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-(6-メチル ーピリジン-3-イルスルファニル)-N-チアゾール-2-イル-ベンズアミ ド、5~(2~ヒドロキシ~1~メチル~エトキシ)~3~(4~メタンスルホ ニルフェノキシ)-N-(3-メチル-[1,2,4]-チアジアゾール-5-15 ールー5ーイル] -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -5-(2-メト キシー1-メチル-エトキシ)ベンズアミド、5-(ヒドロキシー1-メチルエ トキシ) -3-(4-x9) スルホニルフェノキシ) -N-(3-x) キシー1, 2, 4-チアジアゾール-5-イル) ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1 20 -メチルーエトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-(1, 2. 5-チアジアゾールー3-イル)ペンズアミド、5-(2-ヒドロキシー1 ーメチルーエトキシ)-N-(3-イソプロピルー[1,2,4]ートリアゾー ルー5ーイル) -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-N-[4-(1-ヒドロキシ-1 -メチル-エチル) -チアゾール-2-イル] -3-(4-メタンスルホニルフ 25 ェノキシ) ベンズアミド、N-(4-シアノーチアゾールー2-イル)-5-(2 ーヒドロキシー1ーメチルーエトキシ)ー3ー(4ーメタンスルホニルフェノキ シ)ペンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-(4 -メタンスルホニルフェノキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾール-35

10

ィル) ベンズアミド、5-(1-ヒドロキシメチループロポキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -N-(ピリジン-2-イル) ベンズアミド、5 - (2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフ ェノキシ)-N-(5-メチル-イソチアゾール-3-イル)ベンズアミド、5 - (3-ヒドロキシーシクロペンチルオキシ) - 3 - (4-メタンスルホニルフ ェノキシ) -N- (チアゾール-2-イル) ベンズアミド、5- (2-ヒドロキ シー1ーメチルーエトキシ) -3- (4-メタンスルホニルフェノキシ) -N-(5-メトキシーチアゾール-2-イル) ベンズアミド、5-(1-ヒドロキシ メチルー2ーメチループロポキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -N-(チアゾール-2-イル)ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メ チルーエトキシ) -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-(1H-[1,2. 3] トリアゾールー4ーイル) ベンズアミド、N-(1-アセチルー1H-ピラゾール-3-イル)-5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-3 (4-メタンスルホニルフェノキシ)ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシー 1-メチル-エトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-(ピ 15 ラゾール-3-イル) ベンズアミド、N-(5,6-ジヒドロ-4H-シクロペ ンタチアゾールー2-イル)-5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ) -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)ベンズアミド、5-(1-ヒドロキ シメチループロポキシ) -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -N-(1 -メチル-1H-ピラゾール-3-イル) ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ 20 -1-メチル-エトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-(チ エノ[3, 2-d] チアゾール-2-イル) ベンズアミド、3-(3-フルオロ -4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエ トキシ) -N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル) ベンズアミド、3 -(4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-(2-メトキシ-1-メチル-エト 25 キシ) -N-(ピラゾール-3-イル) ベンズアミド、3-(4-シアノーフェノ

キシ)-5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-N-(1-メチル-1

H-ピラゾール-3-イル) ベンズアミド、3-(4-エチルスルホニルフェノ

キシ) -5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-N-(1-メチル-

1 H - ピラゾール - 3 - イル) ベンズアミド、3 - (6 - エタンスルホニルピリ ジン-3-イルオキシ)-5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-N - (1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル) ベンズアミド、5-(3-ヒド ロキシー1ーメチループロポキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル)ペンズアミド、3-(4-エタンスルホニルフェノキシ) -5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ) -N- (イソキサゾール-3-イル) ベンズアミド、5- (2-ヒドロキシ-1 -メチル-エトキシ)-3-(4-イソプロピルスルホニルフェノキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル) ベンズアミド、5-(2-ヒドロ キシー1ーメチルーエトキシ)ーN-(4-ヒドロキシー4-メチルー4,5, 10 6, 6 a - テトラヒドロー3 a H - シクロペンタチアゾールー2 - イル) - 3 -(4-メタンスルホニルフェノキシ)ベンズアミド、3-(4-アセチルフェノ キシ) -5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-N-(1-メチルー 1H-ピラゾール-3-イル) ベンズアミド、N-(1-エチル-1H-ピラゾ -ル-3-7ル) -5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-3-(4-1)15 メタンスルホニルフェノキシ)ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチ ルーエトキシ) -3-(6-メタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ) -N - (1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル) ベンズアミド、5-(2-ヒド ロキシー1-メチル-エトキシ)-3-(4-メトキシカルボニルアミノメチル -フェノキシ)-N-(3-メチル-1,2,4-チアジアゾール-5-イル) 20 ベンズアミド、5-(1-ヒドロキシメチループロポキシ)-3-(6-メタン スルホニルピリジン-3-イルオキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾール - 3 - イル) ベンズアミド、3 - (6 - メタンスルホニルピリジン - 3 - イルオ キシ) -5-(1-メトキシメチループロポキシ) -N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル)ベンズアミド、5-イソプロポキシ-3-(6-メタン 25 スルホニルピリジン-3-イルオキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾール -3-イル) ベンズアミド、5-(2-フルオロ-1-フルオロメチルーエトキ シ) -3-(6-メタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-N-(1-メ チル-1H-ピラゾール-3-イル) ベンズアミド、3-(6-エタンスルホニ WO 2004/076420 PCT/JP2004/002284

ルピリジン-3-イルオキシ)-5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ) -N-(イソキサゾール-3-イル)ベンズアミド、3-(6-メタンスルホニ ルピリジン-3-イルオキシ)-5-(1-メトキシメチル-プロポキシ)-N (ピラゾールー3ーイル)ベンズアミド、5ー(2ーフルオロー1ーフルオロ _ メチルーエトキシ) — 3 — (4 ーメタンスルホニルフェノキシ) — N — (1 ーメ チル-1H-ピラゾール-3-イル)ベンズアミド、3-(6-エタンスルホニ ルピリジン-3-イルオキシ)-5-(1-ヒドロキシメチループロポキシ)-N(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル) ベンズアミド、5-(6-エタン スルホニルピリジンー3ーイルオキシ)-3-(2-メトキシ-1-メチルーエト キシ) - N - (1 - メチル - 1 H - ピラゾール - 3 - イル) ベンズアミド、3 -10 (6-エタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-5-(2-メトキシー1 -メチル-エトキシ)-N-(ピラゾール-3-イル)-ベンズアミド、3-(6 -メタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-N-(1-メチル-1H-ピ ラゾールー3-イル)-5-(テトラヒドロフラン-3-イル)ベンズアミド、 N - (1 - x + y - 1 + y - 2 + y - 1 + y - 2 + y - 1 + y - 2 + y - 2 + y - 1 + y - 2 +15 -メチル-エトキシ)-3-(6-メタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ) ベンズアミド、5-(2-フルオロ-1-フルオロメチル-エトキシ)-3-(6 ーメタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-N-(ピラゾール-3-イル) ベンズアミド、3-(6-メタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-5-(2-メトキシ-1-メチル-エトキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾー 20 ルー3-イル)ベンズアミド、3-(6-エタンスルホニルピリジン-3-イル オキシ) -5-(2-フルオロ-1-フルオロメチル-エトキシ)-N-(1-メ チル-1H-ピラゾール-3-イル)ペンズアミド、3-(6-エタンスルホニ ルピリジン-3-イルオキシ)-5-イソプロポキシ-N-(ピラゾール-3-ィル)ベンズアミド、3-(6-エタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ) 25 - 5 - イソプロポキシ- N - (1 - メチル- 1 H - ピラゾール - 3 - イル)ベン ズアミド、3-(6-エタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-5-(2 -ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-N-(ピラゾール-3-イル)ベンズ アミド、3-(6-エタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-5-(2-

ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-N-(ピリジン-2-イル)ベンズアミ ド、3-(6-エタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-5-(2-ヒド ロキシ-1-メチル-エトキシ)-N-チアゾール-2-イル-ベンズアミド5 - (2-フルオロ-1-メチル-エトキシ)-3-(6-メタンスルホニルピリ ジン-3-イルオキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル)ベ ンズアミド、5-(2-クロロ-1-メチル-エトキシ)-3-(6-エタンス ルホニルピリジン-3-イルオキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾールー 3-イル) ベンズアミド、5-(2-フルオロ-1-フルオロメチル-エトキシ) -N-(イソキサゾール-3-イル)-3-(6-メタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ) ベンズアミド、5-(2-フルオロ-1-フルオロメチルーエト 10 キシ)-3-(6-メタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-N-(ピリジ ン-2-イル) ベンズアミド、5-(2-フルオロ-1-フルオロメチルーエトキ シ)-3-(6-メタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-N-(3-メチ ルー[1, 2, 4] ーチアジアゾールー5ーイル) ベンズアミド、3ー(4ージ メチルスルファモイルフェノキシ)-5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエト 15 キシ) -N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル)ベンズアミド、3-(3-クロロ-4-メタンスルホニルフェノキシ) -5-(2-ヒドロキシ-1 -メチル-エトキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル)ベン ズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-N-(1-メチル -1H-ピラゾール-3-イル)-3-(ピリジン-3-イルオキシ)ベンズア 20 ミド、5-(2-フルオロ-1-フルオロメチルーエトキシ)-N-(1-メチ ルー1H-ピラゾールー3-イル)-3-(ピリジンー3-イルオキシ)ベンズ アミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-N-(1-メチル-1 H-ピラゾールー3-イル) -3-(ピリジン-4-イルオキシ) ベンズアミ ド、5-(2-フルオロ-1-フルオロメチル-エトキシ)-N-(1-メチル 25 -1H-ピラゾール-3-イル)-3-(ピリジン-4-イルオキシ)ベンズア ミド、5-(2-フルオロ-1-フルオロメチルーエトキシ)-3-(3-フル オロー4ーメタンスルホニルフェノキシ) -N-(1-メチル-1H-ピラゾー ルー3-イル)ベンズアミド等である化合物が好ましく、中でも例えば5-イソ

プロポキシー3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-(4-メチルチア ゾールー2ーイル)ーペンズアミド、5ー(2-ヒドロキシー1-メチルーエト キシ) -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -N-チアゾール-2-イル ーベンズアミド、3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-(テトラヒド 5 ロフラン-3-イルオキシ) -N-チアゾール-2-イルーベンズアミド、3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-(2-メトキシ-1-メチルーエト キシ) -N-チアゾール-2-イル-ベンズアミド、3-(4-メタンスルホニ ルフェノキシ)-5-(2-メトキシ-1-メトキシメチル-エトキシ)-N-チアゾール-2-イルーベンズアミド、3-(2-フルオロ-4-メタンスルホ ニルフェノキシ) -5-イソプロポキシ-N-チアゾール-2-イルーベンズア 10 ミド、3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-(1-メトキシメチルー プロポキシ) - N - (4 - メチル - チアゾール - 2 - イル) - ベンズアミド、3 - (4-メタンスルホニルフェノキシ) - 5 - (3-メトキシー1ーメチループ ロポキシ) - N - チアゾール - 2 - イルーベンズアミド、N - (4 - ヒドロキシ メチルーチアゾールー2ーイル) -5-イソプロポキシー3-(4-メタンスル 15 ホニルフェノキシ) -ベンズアミド、N-(イソオキサゾール-3-イル)-3 - (4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-(1-メトキシメチループロポキ シ) ーベンズアミド、3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-(1-メ トキシメチループロポキシ)-N-[1,3,4]チアジアゾール-2-イルー ベンズアミド、5-(1-ヒドロキシメチループロポキシ)-3-(4-メタン 20 スルホニルフェノキシ) -N-(4-メチル-チアゾール-2-イル) -ベンズ アミド、N-(4-ヒドロキシメチルーチアゾール-2-イル)-3-(4-メ タンスルホニルフェノキシ)-5-(1-メトキシメチループロポキシ)-ベン ズアミド、5-イソプロポキシ-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N - (チアゾロ[5, 4-b] ピリジン-2-イル) -ベンズアミド、5-(2-25 ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -N-チアゾロ[5, 4-b] ピリジン-2-イルーベンズアミド、5-(3-ヒドロキシー2-メチループロピル)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -N-チアゾール-2-イルーペンズアミド、5-(3-ヒドロキシ-1-メチ

ループロポキシ) -3- (4-メタンスルホニルフェノキシ) -N-チアゾール -2-イルーペンズアミド、5-(2-アセチルアミノ-1-メチルーエトキシ) -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-チアゾール-2-イルーベン プアミド、N-[4-(1-ヒドロキシーエチル)ーチアゾール-2-イル]-5-イソプロポキシ-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-ベンズアミド、 5 5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-(4-メタンスルホニル フェノキシ) - N - ピリジン - 2 - イル - ベンズアミド、5 - (2 - ヒドロキシ -エトキシ) -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -N-チアゾール-2 -イル-ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシーシクロペンチルオキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-チアゾール-2-イルーペンズアミ 10 ド、N-(4-アセチルーチアゾール-2-イル)-5-(2-ヒドロキシ-1 ーメチルーエトキシ) -3- (4-メタンスルホニルフェノキシ) -ベンズアミ ド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-N-(4-ヒドロキシメ チルーチアゾールー2ーイル) -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -ベ ンズアミド、N-[4-(1-ヒドロキシ-エチル)-チアゾール-2-イル] 15 -5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-3-(4-メタンスルホニ ルフェノキシ)ーベンズアミド、3ー(3-フルオロー4-メタンスルホニルフ ェノキシ) -5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ) -N-チアゾール -2-イルーベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-([1, 2, 4] チアジアゾー 20 ル-5-イル) -ベンズアミド、N-(4-ヒドロキシメチルーチアゾール-2 ーイル) -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -5-(2-メトキシ-1 ーメチルーエトキシ)ーベンズアミド、6-[5-イソプロポキシー3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -ペンゾイルアミノ] ニコチン酸、5-(2-ヒ ドロキシ-1-メチル-エトキシ)-N-(イソキサゾール-3-イル)-3-25 (4-メタンスルホニルフェノキシ) -ペンズアミド、N-(5-ヒドロキシメ チルーチアゾールー2ーイル) -5-イソプロポキシー3-(4-メタンスルホ ニルフェノキシ) -ペンズアミド、N- [4-(1-ヒドロキシ-エチル) -チ アゾールー2-イル] -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-(2-

メトキシ-1-メチル-エトキシ)-ペンズアミド、N-(4-ヒドロキシメチ ルーチアゾールー2ーイル) -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -5-(テトラヒドロフラン-3-イル-オキシ) -ベンズアミド、5-(2-ヒドロ キシ-1-メチル-エトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N - (2-メチルチアゾールー4-イル) -ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ 5 -1-メチル-エトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-(4 -メトキシメチル-チアゾール-2-イル) -ベンズアミド、N-[4-(1-ヒドロキシーエチル) ーチアゾールー2ーイル] -3-(4-メタンスルホニル フェノキシ)-5-(2-メトキシ-1-メチル-エトキシ)ーベンズアミド、 N-[4-(1-ヒドロキシーエチル)-チアゾール-2-イル]-3-(4-10 メタンスルホニルフェノキシ) -5-(テトラヒドロフラン-3-イルーオキシ) ーベンズアミド、N-[4-(1-ヒドロキシーエチル)ーチアゾール-2-イ ル] -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -5-(テトラヒドロフランー 3-イルーオキシ)-ベンズアミド、N-(2,5-ジメチルチアゾール-4-イル) -5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ) -3-(4-メタンス 15 ルホニルフェノキシ) - ベンズアミド、3 - (5 - アセチルーピリジンー2 - イ ルーオキシ)-5-イソプロポキシ-N-チアゾール-2-イルーベンズアミド、 5-イソプロポキシ-3-(2-オキソ-1, 2-ジヒドローピリジン-4-イ ルーオキシ) -N-チアゾール-2-イルーベンズアミド、5-イソプロポキシ -3-(2-オキソ-1, 2-ジヒドローピリジン-3-イルーオキシ)-N-20 チアゾール-2-イル-ベンズアミド、5-イソプロポキシ-3-(2-オキソ -1, 2-ジヒドローピリジン-3-イルーオキシ)-N-チアゾロ[5, 4b] ピリジン-2-イル-ベンズアミド、5-イソプロポキシ-3-([1,3, 4] チアジアゾールー2ーイルスルファニル) -N-チアゾロ[5, 4-b]-ピリジン-2イル-ベンズアミド、5-イソプロポキシ-3-チアゾール-2-25 イルスルファニル-N-チアゾール-2-イル-ベンズアミド、5-イソプロポ キシ-3-([1, 3, 4] チアジアゾール-2-イルスルファニル)-N-チ アゾール-2-イルーベンズアミド、5-イソプロポキシ-3-(5-メチルー [1, 3, 4] チアジアゾールー2ーイルスルファニル) -N-チアゾールー2

WO 2004/076420 PCT/JP2004/002284

65

ーイルーベンズアミド、5 - (2 -ヒドロキシ-1 -メチルーエトキシ) - N -(4-メチルーチアゾールー2-イル) -3-([1, 3, 4] チアジアゾール -2-イルスルファニル)-ベンズアミド、5-(3-ヒドロキシ-1-メチル -プロポキシ) -N-(4-メチル-チアゾール-2-イル) -3-([1, 3, 4) チアジアゾールー2ーイルスルファニル)ーベンズアミド、5ー(2ーヒド 5 ロキシー1ーメチルーエトキシ) -3-([1, 3, 4] チアジアゾールー2-イルスルファニル) -N-チアゾール-2-イルーベンズアミド、5-(2-ヒ ドロキシ-1-メチルーエトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェニルスル ファニル) -N-チアゾール-2-イルーベンズアミド、3-(3-フルオロー フェニルチオ) -5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ) -N-チアゾ 10 ールー2-イルーベンズアミド、5-(2-ヒドロキシー1-メチルーエトキシ) -3-(ピリジン-4-イルスルファニル)-N-チアゾール-2-イルーペン ズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-(6-メチル **ーピリジン-3-イルスルファニル)-N-チアゾール-2-イル-ベンズアミ** ド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-3-(4-メタンスルホ 15 ニルフェノキシ) -N- (3-メチル-[1, 2, 4] -チアジアゾール-5-イル) -ベンズアミド、5- (ヒドロキシー1-メチルエトキシ) -3- (4-メタンスルホニルフェノキシ) - N - (3 - メトキシ - 1, 2, 4 - チアジアゾ ールー5ーイル) ベンズアミド、5ー(2ーヒドロキシー1ーメチルーエトキシ) -N-(3-7)プロピルー [1, 2, 4] ートリアゾールー5ーイル)-3-20 (4-メタンスルホニルフェノキシ) ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1 ーメチルーエトキシ)-N-[4-(1-ヒドロキシ-1-メチル-エチル)-チアゾール-2-イル]-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)ベンズアミ ド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-(4-メタンスルホ ニルフェノキシ) -N- (1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル) ベンズア 25 ミド、5-(1-ヒドロキシメチループロポキシ)-3-(4-メタンスルホニ ルフェノキシ) - N - (ピリジン-2-イル) ベンズアミド、5-(1-ヒドロ キシメチルー2-メチループロポキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキ シ) -N-(チアゾール-2-イル) ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシー1

ーメチルーエトキシ) -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -N-(ピラ ゾール-3-イル) ベンズアミド、N-(5,6-ジヒドロ-4H-シクロペン タチアゾールー2ーイル)ー5ー(2ーヒドロキシー1ーメチルーエトキシ)ー 3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)ペンズアミド、5-(1-ヒドロキシ メチループロポキシ) -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -N-(1-メチルー1H-ピラゾール-3-イル) ベンズアミド、3-(3-フルオロー4 -メタンスルホニルフェノキシ) -5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキ シ) -N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル) ベンズアミド、3-(4 - メタンスルホニルフェノキシ)-5-(2-メトキシ-1-メチル-エトキシ) 10 -N-(ピラゾール-3-イル)ベンズアミド、3-(4-エチルスルホニルフ ェノキシ) -5- (2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ) -N- (1-メチ ル-1H-ピラゾール-3-イル) ベンズアミド、3-(6-エタンスルホニル ピリジン-3-イルオキシ)-5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ) -N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル)ベンズアミド、3-(4-エタンスルホニルフェノキシ) -5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ) 15 -N- (イソキサゾール-3-イル) ベンズアミド、5- (2-ヒドロキシ-1 -メチル-エトキシ) - 3 - (4 - イソプロピルスルホニルフェノキシ) - N -(1-x+y)-1H-ピラゾール-3-イル) ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ~1-メチル-エトキシ)-N-(4-ヒドロキシ-4-メチル-4,5, 6.6a-テトラヒドロ-3aH-シクロペンタチアゾール-2-イル) -3-20 (4-メタンスルホニルフェノキシ) ペンズアミド、3-(4-アセチルフェノ キシ) -5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ) -N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル) ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチ ルーエトキシ)-3-(6-メタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-N - (1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル) ベンズアミド、5-(2-ヒド 25 ロキシー1-メチルーエトキシ) -3-(4-メトキシカルボニルアミノメチル -フェノキシ)-N-(3-メチル-1, 2, 4-チアジアゾール-5-イル) ベンズアミド、5-(1-ヒドロキシメチループロポキシ)-3-(6-メタン スルホニルピリジン-3-イルオキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾール

-3-イル) ベンズアミド、3-(6-メタンスルホニルピリジン-3-イルオ キシ) -5-(1-メトキシメチループロポキシ) -N-(1-メチル-1H-ピラゾールー3ーイル)ベンズアミド、5ーイソプロポキシー3ー(6ーメタン スルホニルピリジン-3-イルオキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾール -3-イル) ベンズアミド、5-(2-フルオロ-1-フルオロメチルーエトキ 5 シ) -3-(6-メタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-N-(1-メ チル-1H-ピラゾール-3-イル)ベンズアミド、3-(6-エタンスルホニ ルピリジン-3-イルオキシ)-5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ) -N- (イソキサゾール-3-イル) ベンズアミド、3-(6-メタンスルホニ ルピリジン-3-イルオキシ)-5-(1-メトキシメチループロポキシ)-N 10 - (ピラゾール-3-イル) ベンズアミド、3-(6-エタンスルホニルピリジ ン-3-イルオキシ)-5-(1-ヒドロキシメチループロポキシ)-N(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル) ベンズアミド、5-(6-エタンスルホニ ルピリジン-3-イルオキシ)-3-(2-メトキシ-1-メチル-エトキシ)-N- (1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル) ベンズアミド、3- (6-エ 15 タンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-5-(2-メトキシ-1-メチル ーエトキシ) -N- (ピラゾール-3-イル) -ベンズアミド、N- (1-エチ ルー1H-ピラゾールー3-イル)-5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエト キシ) -3-(6-メタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ) ベンズアミド、 5-(2-フルオロ-1-フルオロメチル-エトキシ)-3-(6-メタンスル 20 ホニルピリジン-3-イルオキシ)-N-(ピラゾール-3-イル)ベンズアミ ド、3-(6-メタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-5-(2-メト キシー1-メチルーエトキシ) -N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イ ル) ベンズアミド、3-(6-エタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-5-イソプロポキシ-N-(ピラゾール-3-イル)ベンズアミド、3-(6-25 エタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-5-イソプロポキシ-N-(1 -メチル-1H-ピラゾール-3-イル)ペンズアミド、3-(6-エタンスル ホニルピリジンー3ーイルオキシ)-5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエト キシ) -N-(ピラゾール-3-イル) ベンズアミド、3-(6-エタンスルホ

PCT/JP2004/002284

ニルピリジン-3-イルオキシ)-5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキ シ) -N-チアゾール-2-イル-ベンズアミド5-(2-フルオロ-1-メチ ルーエトキシ) - 3 - (6 - メタンスルホニルピリジン-3 - イルオキシ) - N - (1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル) ベンズアミド、5-(2-フルオ ロー1-フルオロメチルーエトキシ)-3-(6-メタンスルホニルピリジン-3 -イルオキシ) -N-(3-メチル-[1, 2, 4] -チアジアゾール-5-イ ル) ベンズアミド、3-(4-ジメチルスルファモイルフェノキシ)-5-(2 ーヒドロキシー1ーメチルーエトキシ) -N-(1-メチル-1H-ピラゾール -3-イル)ベンズアミド、3-(3-クロロ-4-メタンスルホニルフェノキ シ) -5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-N-(1-メチル-1 10 H-ピラゾール-3-イル) ベンズアミド等である化合物がより好ましく、例え ば5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-(4-メタンスルホニ ルフェノキシ) - N - チアゾール - 2 - イルーベンズアミド、3 - (4 - メタン スルホニルフェノキシ) -5- (テトラヒドロフラン-3-イルオキシ) -N-チアゾールー2-イルーベンズアミド、3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) 15 -5-(2-メトキシ-1-メチル-エトキシ)-N-チアゾール-2-イルー ベンズアミド、3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-(1-メトキシ メチループロポキシ) -N-(4-メチルーチアゾールー2-イル) -ベンズア ミド、N- (4-ヒドロキシメチルーチアゾール-2-イル)-5-イソプロポ キシ-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-ベンズアミド、N-(イソオ 20 キサゾール-3-イル)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-(1 -メトキシメチループロポキシ) -ベンズアミド、3-(4-メタンスルホニル フェノキシ) -5-(1-メトキシメチループロポキシ) -N-[1, 3, 4]チアジアゾールー2ーイルーベンズアミド、5ー(1ーヒドロキシメチループロ ポキシ) -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -N-(4-メチルーチア 25 ゾール-2-イル) -ベンズアミド、N-(4-ヒドロキシメチルーチアゾール -2-イル) -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -5-(1-メトキシ メチループロポキシ)ーベンズアミド、5-イソプロポキシー3-(4-メタン スルホニルフェノキシ) -N- (チアゾロ [5, 4-b] ピリジン-2-イル)

ーベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-チアゾロ [5.4-b] ピリジン-2-イ ルーベンズアミド、N- [4-(1-ヒドロキシーエチル) ーチアゾールー2-イル] -5-イソプロポキシ-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-ベン ズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-(4-メタン 5 スルホニルフェノキシ)-N-ピリジン-2-イル-ペンズアミド、5-(2-ヒドロキシーシクロペンチルオキシ) - 3 - (4 - メタンスルホニルフェノキシ) -N-チアゾールー2ーイルーペンズアミド、5-(2ーヒドロキシー1ーメチ ルーエトキシ)-N-(4-ヒドロキシメチルーチアゾールー2-イル)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -ベンズアミド、N-[4-(1-ヒドロ 10 キシーエチル) ーチアゾールー2ーイル] ー5ー(2ーヒドロキシー1ーメチル ーエトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェ ノキシ)-N-([1, 2, 4] チアジアゾール-5-イル)-ベンズアミド、 N- (4-ヒドロキシメチルーチアゾール-2-イル) -3- (4-メタンスル 15 ホニルフェノキシ)-5-(2-メトキシ-1-メチル-エトキシ)-ベンズア ミド、N-[4-(1-ヒドロキシーエチル)-チアゾール-2-イル]-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-(2-メトキシ-1-メチル-エト キシ) -ペンズアミド、N-(4-ヒドロキシメチルーチアゾールー2-イル) -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-(テトラヒドロフラン-3-20 イルーオキシ)ーベンズアミド、5-(2-ヒドロキシー1-メチルーエトキシ) -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-(2-メチルチアゾール-4 ーイル) ーベンズアミド、5ー(2ーヒドロキシー1ーメチルーエトキシ) -3 - (4 - メタンスルホニルフェノキシ) - N - (4 - メトキシメチル - チアゾー ルー2ーイル) ーペンズアミド、N- [4-(1-ヒドロキシーエチル) ーチア 25 ゾールー2-イル]-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-(2-メ トキシー1-メチルーエトキシ) ーベンズアミド、N- [4-(1-ヒドロキシ ーエチル) ーチアゾールー2ーイル] -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) ~5~(テトラヒドロフラン~3~イル~オキシ)~ベンズアミド、N~[4~

(1-ヒドロキシーエチル)ーチアゾールー2ーイル]ー3-(4-メタンスル ホニルフェノキシ) -5- (テトラヒドロフラン-3-イル-オキシ) -ペンズ アミド、N-(2,5-ジメチルチアゾール-4-イル)-5-(2-ヒドロキ シー1ーメチルーエトキシ)ー3ー(4ーメタンスルホニルフェノキシ)ーペン ズアミド、5-イソプロポキシ-3-([1,3,4]チアジアゾール-2-イ ルスルファニル) -N-チアゾロ[5,4-b]-ピリジン-2イルーベンズア ミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-3-([1,3,4] チアジアゾール-2-イルスルファニル)-N-チアゾール-2-イルーベンズ アミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-3-(4-メタンス ルホニルフェノキシ)-N-(3-メチル-[1,2,4]-チアジアゾールー 10 5-イル) -ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ) -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾー ルー3ーイル)ベンズアミド、5ー(1ーヒドロキシメチループロボキシ)ー3 - (4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾール --3-イル)ペンズアミド、3-(3-フルオロ-4-メタンスルホニルフェノ 15 · キシ) -5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ) -N-(1-メチル-1 H-ピラゾール-3-イル) ベンズアミド、3-(6-エタンスルホニルピリ ジン-3-イルオキシ)-5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-N - (1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル)ベンズアミド、5-(2-ヒド ロキシー1-メチルーエトキシ)-3-(6-メタンスルホニルピリジン-3-20 イルオキシ) - N - (1 - メチル - 1 H - ピラゾール - 3 - イル) ベンズアミド、 5-(2-フルオロ-1-フルオロメチルーエトキシ)-3-(6-メタンスル ホニルピリジン-3-イルオキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3 ーイル) ベンズアミド、3-(6-エタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ) -5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-N-(イソキサゾール-3 25 ーイル)ペンズアミド、5-(2-フルオロ-1-フルオロメチルーエトキシ) -3-(6-メタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-N-(ピラゾール - 3 - イル) ベンズアミド、3 - (6 - エタンスルホニルピリジン-3 - イルオ キシ) -5-イソプロポキシ-N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル)

ベンズアミド等である化合物が特に好ましい。

また、本発明に係るヘテロアリールカルバモイルベンゼン誘導体は、薬学的に 許容される塩として存在することができる。当該塩としては、酸付加塩又は塩基 付加塩を挙げることができる。

本発明に係る化合物は、その置換基の態様によって、光学異性体、ジアステレ 5 才異性体、幾何異性体等の立体異性体又は互変異性体が存在する場合がある。こ れらの異性体は、すべて本発明に係る化合物に包含されることは言うまでもない。 更にこれらの異性体の任意の混合物も本発明に係る化合物に包含されることは言 うまでもない。

本発明の化合物はグルコキナーゼ活性化作用を有することから、糖尿病の治療 10 薬及び/又は予防薬として、さらには糖尿病の合併症の治療薬及び/又は予防薬 として有用である。

ここで、糖尿病の合併症とは、糖尿病を発症することにより併発する疾病のこ とであり、当該糖尿病の合併症としては、例えば糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、

糖尿病性神経症、糖尿病性動脈硬化症等が挙げられる。 15

20

25

本発明に係る化合物は、インスリン依存性糖尿病(IDDM、insulin dependent diabetes mellitus) とインスリン非依 存性糖尿病(NIDDM、non-insulin dependent di abetes mellitus) のどちらのタイプの糖尿病にも適応可能であ る。

また、インスリン依存性糖尿病 (IDDM、insulin depende nt diabetes mellitus)は、遺伝的なインスリン分泌低下 と骨格筋でのインスリン抵抗性の素因に、肥満によるインスリン抵抗性が加わる ことにより発症に至り、おもに成人発症であると考えられている。なお、当該イ ンスリン依存性糖尿病は、その素因により、Ⅰ型とⅠⅠ型という分類が提唱され ている。

本発明に係る化合物は、I型インスリン依存性糖尿病のみならず、従来の糖尿 病薬では、十分な血糖値の低下を達成することが不可能であったII型糖尿病に ついても、有用であると考えられる。

また、II型糖尿病においては、摂食後高血糖の程度が健常人に比べて長時間 持続することが顕著であるが、本発明に係る化合物は、このII型糖尿病に対し ても有用である。

【発明の実施の形態】

5 以下に本発明に係る化合物の製造方法について説明する。

本発明に係る化合物(I)は、公知の反応手段を用いるか、或いはそれ自体公知の方法に従って容易に製造することができる。なお、本発明に係る化合物(I)は、通常の液相における合成法のみならず、近年発達の目覚ましい例えばコンピナトリアル合成法やパラレル合成法等の固相を用いた方法によっても製造することができる。

本発明に係る化合物は、好ましくは例えば以下の方法により製造することができる。

(I-1)

[式中、Rは低級アルキル基を示し、Xはハロゲン原子を示し、その他の記号は前記定義に同じ]

(工程1-1)本工程は、3,5-ジヒドロ安息香酸(1a)の有するカルボ
 5 キシル基に保護基を導入することにより、化合物(1)を製造する方法である。
 化合物(1)の有するカルボキシル基の保護基Rは、工程1乃至3において、カ

ルポキシル基の保護基として作用し、かつ、工程4において容易に除去すること ができるものであれば、いかなるものであってもよいが、例えばメチル基、エチ ル基、 t e r t ープチル基等の直鎖又は分岐を有する低級アルキル基、 2 ーヨウ 化エチル基、2、2、2-トリクロロエチル基等のハロゲン化低級アルキル基、

アリル基、2-プロペニル基、2-メチル-2-プロペニル基等の低級アルケニ ル基、ベンジル基、PMB基等のアラルキル基等を挙げることができる。

このようなカルボキシル基の保護基尺の導入及び除去方法については、文献記 載の方法(例えばプロテクティブ グループス イン オーガニック シンセシ ス (Protective Groups in Organic Synth 10 esis)、T.W.Green著、第2版、John Wiley&Sons 社、1991年、等)、それに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせるこ とにより行うことができる。

このようにして得られる化合物(1)は、公知の分離精製手段、例えば濃縮、 減圧濃縮、溶媒抽出、結晶化、再沈殿、クロマトグラフィー等により単離精製す るか又は単離精製することなく次工程に付すことができる。

15

25

(工程1) 本工程は、酢酸銅及び塩基の存在下、化合物(1) とp-メチルチ オフェニルホウ酸(2)とを反応させることにより、5-ヒドロキシー3-(4 - メチルチオフェノキシ)安息香酸エステル(3)を製造する方法である。

用いられるローメチルチオフェニルホウ酸(2)の量は、化合物(1)1当量 に対して、通常1乃至10当量、好ましくは1乃2.5当量である。 20

酢酸銅の他に硝酸銅を用いることができるが、酢酸銅がより好ましい。

用いられる酢酸銅又は硝酸銅の量は、通常0.1万至5当量、好ましくは、1 乃至1.5当量である。

用いられる塩基としては、例えばトリエチルアミン、ジイソプロピルエチルア ミン等が挙げられ、これらのうち、トリエチルアミンが好ましい。

用いられる塩基の量は、通常0乃至10当量、好ましくは4乃至6当量である。 反応温度は、通常0度乃至反応溶媒の還流温度、好ましくは15乃至30度で ある。

本工程における反応時間は、通常2乃至48時間、好ましくは、12時間であ

、る。

15

本工程において用いられる反応溶媒は、反応に支障をきたさないものでないならばいずれのものを用いてもよいが、例えば塩化メチレン、アセトニトリル、トルエン等が挙げられ、これらのうち、塩化メチレンが好ましい。

このようにして得られる化合物(3)は、公知の分離精製手段、例えば濃縮、 減圧濃縮、結晶化、溶媒抽出、再沈殿、クロマトグラフィー等により単離精製す るか又は単離精製することなく次工程に付すことができる。

(工程2)本工程は、塩基の存在下、上記工程1で得られた化合物(3)とハロゲン化アルキル(4)とを反応させることにより、化合物(5)を製造する方10 法である。

用いられる化合物(4)としては、本工程における反応が支障なく進行して、 化合物(5)を製造するものであれば、いかなるものを用いてもよいが、例えば、 ヨウ化エチル、2-臭化プロピル、臭化シクロペンチル、2-プロモエタノール 等が挙げられ、これらのうち、例えば、2-臭化プロピル、臭化シクロペンチル、 等が好ましく、2-臭化プロピルがより好ましい。

用いられる化合物(4)の量としては、化合物(3)1当量に対して、通常0. 5乃至10当量、好ましくは1乃至3当量である。

用いられる塩基としては、例えば炭酸カリウム、ジイソプロピルアミン等が挙 げられ、これらのうち、炭酸カリウムが好ましい。

20 用いられる塩基の量は、通常1乃至10当量、好ましくは1.5乃至3当量である。

反応温度は、通常 0 度乃至反応溶媒の還流温度、好ましくは 2 5 乃至 4 0 度である。

反応時間は、通常1乃至12時間、好ましくは4乃至8時間である。

25 本工程において用いられる反応溶媒は、反応に支障をきたさないものでないならばいずれのものを用いてもよいが、N,N-ジメチルホルムアミドが好ましい。このようにして得られる化合物(5)は、公知の分離精製手段、例えば濃縮、減圧濃縮、溶媒抽出、結晶化、再沈殿、クロマトグラフィー等により単離精製するか、又は単離精製することなく次工程に付すことができる。

(工程3)本工程は、上記工程2で得られた化合物(5)とmCPBAとを反応させることにより、化合物(6)を製造する方法である。本工程において用いられる酸化反応は、文献記載の方法(例えばブラウン(Brown. D)ら著、「シンプル ピリミジンズ. X. フォーメーション アンド リアクティビティ オブ 2-, 4-, アンド 5ーピリミジニル スルホンズ アンド スルホキシズ (Simple pyrimidines. X. The formation and reactivity of 2-, 4-, and 5-pyrimidinyl sulfones and sulfoxides)」、ジャーナル オブ ケミカル ソサエティ [セクション] C オーガニック(Journal of the Chemical Society [Section] C: Organic)、第7巻、1967年、p568-572)、それに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより行うことができる。用いられるmCPBAの量は、化合物(5)1当量に対して、通常2乃至10当量、好ましくは3乃至4当量である。

15 反応時間は、通常10分乃至12時間、好ましくは30分乃至1時間である。 反応温度は、通常-78乃至15度、好ましくは0乃至10度である。 用いられる反応溶媒は、反応に支障をきたさないものならばいずれのものを用いてもよいが、例えば塩化メチレン、クロロホルム等が挙げられ、これらのうち、クロロホルムが好ましい。

20 このようにして得られる化合物(6)は、公知の分離精製手段、例えば濃縮、 減圧濃縮、結晶化、再沈殿、溶媒抽出、クロマトグラフィー等により単離精製す るか又は単離精製することなく、次工程に付すことができる。

(工程4) 本工程は、上記工程3で得られた化合物(6)の有するカルボキシル基の保護基Rを除去して、化合物(7)を製造する方法である。

25 カルボキシル基の保護基Rの除去方法は、前記文献記載の方法(例えばプロテクティブ グループス イン オーガニック シンセシス(Protective Groups in Organic Synthesis)、T.W.Green著、第2版、John Wiley&Sons社、1991年、等)、それに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより行うことができ

る。

5

このようにして得られる化合物 (7) は、公知の分離精製手段、例えば濃縮、減圧濃縮、溶媒抽出、結晶化、再沈殿、クロマトグラフィー等により単離精製するか又は単離精製することなく次工程に付すことができる。

(工程5)本工程は、上記工程4で得られた化合物(7)と下記式(8)



[式中、各記号は前記定義に同じ]で表されるアミノ化合物とを反応させることにより、本発明に係る化合物(I-1)を製造する方法である。

本反応は文献記載の方法(例えば、ペプチド合成の基礎と実験、泉屋信夫他、 10 丸善、1983年、コンプリヘンシブ オーガニック シンセシス (Compr ehensive Organic Synthesis)、第6巻、Perg amon Press社、1991年、等)、それに準じた方法又はこれらと常 法とを組み合わせることにより、通常のアミド形成反応を行えばよく、即ち、当 業者に周知の縮合剤を用いて行うか、或いは、当業者に利用可能なエステル活性 化方法、混合酸無水物法、酸クロリド法、カルボジイミド法等により行うことが 15 できる。このようなアミド形成試薬としては、例えば塩化チオニル、塩化オキザ リル、N. Nージシクロヘキシルカルボジイミド、1ーメチルー2ープロモピリ ジニウムアイオダイド、N,N'-カルボニルジイミダゾール、ジフェニルフォ **スフォリルクロリド、ジフェニルフォスフォリルアジド、N,N'-ジスクシニ** ミジルカルボネート、N, N'ージスクシニミジルオキザレート、1-エチル-20 3-(3-ジメチルアミノプロピル)カルボジイミド塩酸塩、クロロギ酸エチル、 クロロギ酸イソブチル又はベンゾトリアゾー1ーイルーオキシートリス(ジメチ ルアミノ)フォスフォニウムヘキサフルオロフォスフェイト等が挙げられ、中で も例えば塩化チオニル、1 - エチル-3-(3-ジメチルアミノプロピル)カル ボジイミド塩酸塩、N.N-ジシクロヘキシルカルボジイミド又はベンゾトリア 25 ゾー 1 ーイルーオキシートリス(ジメチルアミノ)フォスフォニウムヘキサフル オロフォスフェイト等が好適である。またアミド形成反応においては、上記アミ ド形成試薬と共に塩基、縮合補助剤を用いてもよい。

20

用いられる塩基としては、例えばトリメチルアミン、トリエチルアミン、N, N-ジイソプロピルエチルアミン、N-メチルモルホリン、N-メチルピロリジン、N-メチルピペリジン、N, N-ジメチルアニリン、1, 8-ジアザビシクロ[5.4.0]ウンデカー7-エン(DBU)、1, 5-アザビシクロ[4.2.0]、オー5-エン(DBN)等の第3級時時体アミン・例えばピリジン

5 3.0] ノナー5ーエン(DBN)等の第3級脂肪族アミン;例えばピリジン、 4ージメチルアミノピリジン、ピコリン、ルチジン、キノリン又はイソキノリン 等の芳香族アミン等が挙げられ、中でも例えば第3級脂肪族アミン等が好ましく、 特に例えばトリエチルアミン又はN, Nージイソプロピルエチルアミン等が好適 である。

10 用いられる縮合補助剤としては、例えばN-ヒドロキシベンゾトリアゾール水和物、N-ヒドロキシスクシンイミド、N-ヒドロキシ-5-ノルボルネン-2,3-ジカルボキシイミド又は3-ヒドロキシ-3,4-ジヒドロ-4-オキソー1,2,3-ベンゾトリアゾール等が挙げられ、中でも例えばN-ヒドロキシベンゾトリアゾール等が好適である。

用いられる化合物(8)の量は、用いられる化合物及び溶媒の種類、その他の 反応条件により異なるが、カルボン酸誘導体(7)又はその反応性誘導体1当量 に対して、通常0.1乃至10当量、好ましくは0.5乃至3当量である。

用いられるアミド形成試薬の量は、用いられる化合物及び溶媒の種類、その他の反応条件により異なるが、通常カルボン酸化合物 (7) 又はその反応性誘導体1.当量に対して、通常1乃至10当量、好ましくは1乃至3当量である。

用いられる縮合補助剤の量は、用いられる化合物及び溶媒の種類その他の反応 条件により異なるが、カルボン酸化合物 (7) 又はその反応性誘導体1当量に対 して、通常1乃至10当量、好ましくは1乃至3当量である。

用いられる塩基の量は、用いられる化合物及び溶媒の種類その他の反応条件に 25 より異なるが、通常1乃至10当量、好ましくは1乃至5当量である。

本工程において用いられる反応溶媒としては、例えば不活性溶媒が挙げられ、 反応に支障のない限り、特に限定されないが、具体的には、例えば塩化メチレン、 クロロホルム、1,2ージクロロエタン、N,Nージメチルホルムアミド、酢酸 エチルエステル、酢酸メチルエステル、アセトニトリル、ペンゼン、キシレン、

20

トルエン、1,4-ジオキサン、テトラヒドロフラン、ジメトキシエタン又はそれらの混合溶媒が挙げられるが、好適な反応温度確保の点から、例えば塩化メチレン、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、アセトニトリル又はN,N-ジメチルホルムアミド等が好ましい。

5 本工程における反応温度は、通常-78度乃至溶媒の沸点温度、好ましくは0 乃至30度である。

本工程における反応時間は、通常 0. 5 乃至 9 6 時間、好ましくは 3 乃至 2 4 時間である。

本工程において用いられる塩基、アミド形成試薬、縮合補助剤は、1種又はそ 10 れ以上組み合わせて、使用することができる。

本工程において製造される化合物(I-1)のB環上の置換基 R^3 が保護基を有している場合には、当該保護基を必要に応じて除去することができる。当該保護基の除去は、文献記載の方法(プロテクティブ グループス イン オーガニック シンセシス(Protective Groups in Organic Synthesis)、T. W. Green著、第2版、John Wiley&Sons社、1991年、等)、それに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより行うことができる。

このようにして得られる本発明に係る化合物(I—1)は、公知の分離精製手段、例えば濃縮、減圧濃縮、結晶化、溶媒抽出、再沈殿、クロマトグラフィー等により単離精製することができる。

また、前記工程3において製造される化合物(5)は、以下の方法によっても 製造することができる。

HO
$$\rightarrow$$
 OR \rightarrow R²O \rightarrow OR \rightarrow OR \rightarrow SMe \rightarrow SMe \rightarrow SMe \rightarrow (5)

[式中、各記号は前記定義に同じ]

(工程6) 本工程は、前記工程1において製造された化合物(3)とアルコール化合物(9)とを反応させることにより、化合物(5)を製造する方法である。

本反応は、いわゆる光延反応であり、ホスフィン化合物及びアゾ化合物の存在下、文献記載の方法(例えばミツノブ(Mitsunobu. O)著、「ユース オブ ジエチル アゾジカルボキシレート アンド トリフェニルホスフィン イン シンセシス アンド トランスフォーメーション オブ ナチュラル プロダクツ (The use of diethyl azodicarboxy late and triphenylphosphine in synthesis and transformation of natural products)」、シンセシス(Synthesis)、第1巻、1981年、p1-28))、それに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより行うことができる。

本工程において用いられるアルコール化合物(9)の量は、化合物(3)1当量に対して、通常0.5乃至10当量、好ましくは1乃至3当量である。

15 本工程において用いられるホスフィン化合物としては、通常例えばトリフェニルホスフィン、トリエチルホスフィン等が挙げられる。

用いられるホスフィン化合物の量は、化合物(3)1当量に対して、通常0. 5乃至10当量であり、好ましくは1乃至3当量である。

用いられるアゾ化合物としては、例えばジエチルアゾジカルボキシレート、ジ 20 イソプロピルアゾジカルボキシレート等が挙げられる。

用いられるアゾ化合物の量は、化合物(3)1当量に対して、通常0.5乃至10当量、好ましくは1乃至3当量である。

本工程における反応時間は、通常1乃至48時間、好ましくは4乃至12時間である。

25 本工程における反応温度は、通常 0 度乃至反応溶媒の還流温度、好ましくは 1 5 乃至 3 0 度である。

本工程において用いられる反応溶媒としては、反応に支障のないものであれば、 特に限定されないが、具体的には、例えばテトラヒドロフラン、トルエン等が挙 げられる。 このようにして得られる化合物 (I-1) は、公知の分離精製手段、例えば濃縮、減圧濃縮、再沈殿、溶媒抽出、結晶化、クロマトグラフィー等により単離精製するか又は単離精製することなく、次工程に付すことができる。

また、本発明に係る化合物(I-2)は、下記式の方法によっても製造するこ 5 とができる。

[式中、各記号は前記定義に同じ]

(工程7) 本工程は、前記工程で得られた化合物(1)と化合物(4)とを反応させることにより、化合物(10)を製造する方法である。

10 本反応は、前記工程2と同様の方法で行えばよい。

化合物(1)に対するハロゲンアルキル化合物(4)の当量数、反応温度、反応時間等の反応条件は、前記2と同様の方法又はそれに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより行うことができる。

WO 2004/076420 PCT/JP2004/002284 82

(工程8) 本工程は、前記工程7で得られた化合物(10)と下記式(1.1)



(11)

15

20

[式中、各記号は前記定義に同じ]で表されるホウ酸誘導体とを反応させることより、化合物(12)を製造する方法である。

 R^{-1} に保護基が必要な場合には、 R^{-1} の種類に応じて必要な保護基を導入することができる。該 R^{-1} の保護基は、工程 8 乃至 1 0 において R^{-1} の保護基として作用し、その後容易に除去され、本発明に係る化合物(I-2)を得ることができるものであれば、いかなる基であってもよい。

該R¹の保護基の導入、除去方法は、文献記載の方法(例えば、プロテクティ 10 ブ グループス イン オーガニック シンセシス(Protective G roups in Organic Synthesis)、T. W. Gree n著、第2版、John Wiley&Sons社、1991年等)、それに準 じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより行うことができる。

また、A環上の置換基R¹¹を変換することによって、R¹とすることもできる。

A環上の置換基R¹¹からR¹への変換は、文献記載の方法(例えば、コンプリヘンシブ オーガニック シンセシス(Comprehensive Organic Synthesis)第6巻、Pergamon Press社、1991年、コンプリヘンシブ オーガニック トランスフォーメーション(Comprehensive Organic Transformations)Richard Lら著、VCH Publishers社、1988年、等)、それに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより行うことができる。

R¹¹としては、例えばホルミル基、ハロゲン原子、アルコキシカルボニル基等が挙げられる。

25 R¹¹が、例えばホルミル基である場合には、ホルミル基を還元することによって、ヒドロキシメチル基へと変換することが可能である。ホルミル基から、ヒドロキシメチル基への変換反応は、ホルミル基を有する化合物と水素化ホウ素ナト

25

リウムとを反応させることによって、R1としてヒドロキシメチル基を有する化 合物を製造することができる。

さらに、R¹としてヒドロキシメチル基を有する化合物をアジド化それに続く 還元反応によりアミノメチル基へと変換することができる。

5 また、アルコキシカルボニル基からアルキルカルバモイル基への変換反応は、 アルコキシカルボニル基を有する化合物を加水分解した後、アルキルアミンとア ミド形成反応させることによって、R¹としてアルキルカルバモイル基を有する 化合物を製造することができる。

前記式(11)で表されるホウ酸誘導体としては、例えば4-プロモーフェニ ルホウ酸、4-フルオローフェニルホウ酸、4-メチルーフェニルホウ酸、4-メトキシーフェニルホウ酸、4-トリフルオロメチルーフェニルホウ酸、4-ヒドロキシメチルーフェニルホウ酸、4-アセチルーフェニルホウ酸、4-シアノーフェニルホウ酸、4-メトキシカルボニルーフェニルホウ酸、4-カルボキシーフェニルホウ酸、4-ホルミルーフェニルホウ酸、4-アミノメチルーフェニルホウ酸、4-カルバモイルーフェニルホウ酸等が挙げられる。

前記式(11)で表されるフェニルホウ酸誘導体が、A環上にR¹¹を置換基として有している場合には、R¹¹は保護基を有していてもよい。

当該保護基の導入方法については、文献記載の方法(プロテクティブ グループス イン オーガニック シンセシス(Protective Groups in Organic Synthesis)、T. W. Green著、第2版、John Wiley&Sons社、1991年、等)、それに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより行うことができる。

このようにして得られる化合物は、公知の分離精製手段、例えば濃縮、減圧濃縮、溶媒抽出、結晶化、再沈殿、クロマトグラフィー等により単離精製するか、 又は単離精製することなく、次工程に付すことができる。

(工程9)本工程は、前記工程8で得られた化合物(12)の有するカルボキシル基の保護基Rを除去する方法である。本工程は、前記工程4と同様の反応条件により行えばよく、前記文献記載の方法(例えばプロテクティブ グループスイン オーガニック シンセシス(Protective Groups in

Organic Synthesis)、T. W. Green著、第2版、John Wiley&Sons社、1991年、等)、それに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより行うことができる。

このようにして得られる化合物(13)は、公知の分離精製手段、例えば濃縮、 減圧濃縮、溶媒抽出、結晶化、再沈殿、クロマトグラフィー等により単離精製す るか又は単離精製することなく、次工程に付すことができる。

(工程10)本工程は、前記工程9で得られた化合物(13)とアミノ化合物 (8)とを反応させることにより、本発明に係る化合物 (I-2)を製造する方法である。本反応は、前記工程5と同様の反応条件により行うことができる。

10 このようにして得られる本発明に係る化合物 (I-2) は、公知の分離精製手段、例えば濃縮、減圧濃縮、溶媒抽出、結晶化、再沈殿、クロマトグラフィー等により単離精製することができる。

本発明に係る化合物(I-3)は、以下の方法によっても製造することができる。

(1-3)

5

[式中、Yはハロゲン原子を示し、その他の記号は前記定義に同じ]

(工程11)本工程は、化合物(14)と前記化合物(4)とを反応させることにより、化合物(14-1)を製造する方法である。本工程において、フェノール誘導体(14)1当量に対して用いられる化合物(4)の当量数、反応温度、反応溶媒等の反応条件は、前記工程7等と同様である。

このようにして得られる化合物(14-1)は、公知の分離精製手段、例えば 濃縮、減圧濃縮、溶媒抽出、再沈殿、結晶化、クロマトグラフィー等により単離 精製するか又は単離精製することなく次工程に付すことができる。

10 (工程 1 2) 本工程は、前記工程 1 1 で得られた化合物 (1 4 - 1) と化合物 (1 5) とを反応させることにより、化合物を製造する方法である。

本反応は、塩基、ヒドロキノン及び臭化銅の存在下、化合物(14-1)とメルカプト誘導体(15)とを反応させることにより行えばよい。

本反応において用いられる塩基としては、炭酸カリウム、炭酸セシウム、水素

化ナトリウム等が挙げられ、これらのうち、炭酸カリウム、水素化ナトリウムが 好ましい。

本工程において用いられる塩基の量は、化合物(14-1)1当量に対して、 通常0.5乃至20当量であり、好ましくは3乃至10当量である。

5 本工程において用いられるヒドロキノンの量は、化合物(14-1)1当量に 対して、通常0.1乃至10当量であり、好ましくは0.2乃至1.5当量であ る。

本工程において用いられる臭化銅の量は、化合物(14-1)1当量に対して、 通常0.1乃至10当量であり、好ましくは0.2乃至2当量である。

10 反応温度は、通常25度乃至反応溶媒の還流温度であり、好ましくは50度乃至反応溶媒の還流温度である。

反応時間は、通常10分乃至24時間であり、好ましくは15分乃至3時間である。

本工程において用いられる反応溶媒としては、反応に支障のないものであれば、 15 特に限定されないが、具体的には、例えばN, N-ジメチルホルムアミドが好ま しい。

このようにして得られる化合物(16)は、公知の分離精製手段、例えば濃縮、減圧濃縮、溶媒抽出、結晶化、再沈殿、クロマトグラフィー等により単離精製するか又は単離精製することなく次工程に付すことができる。

20 (工程13)本工程は、前記工程12で得られた化合物(16)の有するカルボキシル基の保護基を除去して、化合物(17)を製造する方法である。

本工程は、前記工程4又は9と同様の方法により行えばよく、文献記載の方法 (例えばプロテクティブ グループス イン オーガニック シンセシス (Protective Groups in Organic Synthesis)、T. W. Green著、第2版、John Wiley&Sons社、1991年、等)、それに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより行うことができる。

このようにして得られる化合物(17)は、公知の分離精製手段、例えば濃縮、減圧濃縮、溶媒抽出、結晶化、再沈殿、クロマトグラフィー等により単離精製す

るか又は単離精製することなく次工程に付すことができる。

(工程14)本工程は、前記工程13で得られた化合物(17)と化合物(8)とを反応させることにより本発明に係る化合物(I-3)を製造する方法である。

本反応は、アミド結合形成反応であり、反応温度、反応溶媒等の反応条件は、

5 前記工程5又は10と同様に行えばよい。

このようにして得られる本発明に係る化合物 (I-3) は、公知の分離精製手段、例えば濃縮、減圧濃縮、溶媒抽出、結晶化、再沈殿、クロマトグラフィー等により単離精製することができる。

また、本発明に係る化合物(I-4)は、以下の方法によっても製造すること 10 ができる。

[式中、各記号は前記定義に同じ]

15

20

(工程15)本工程は、前記工程7で得られた化合物(10)の有するカルボキシル基の保護基を除去する方法である。本工程は、前記工程4と同様の反応条件により行えばよく、前記文献記載の方法(例えばプロテクティブ グループスイン オーガニック シンセシス(Protective Groups in Organic Synthesis)、T. W. Green著、第2版、John Wiley&Sons社、1991年、等)、それに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより行うことができる。

このようにして得られる化合物(18)は、公知の分離精製手段、例えば濃縮、

減圧濃縮、溶媒抽出、結晶化、再沈殿、クロマトグラフィー等により単離精製するか又は単離精製することなく、次工程に付すことができる。

(工程16)本工程は、前記工程15で得られた化合物(18)と化合物(8)とを反応させることにより化合物(19)を製造する方法である。本反応は、アミド結合形成反応であり、反応温度、反応溶媒等の反応条件は、前記工程5又は10と同様に行えばよい。

このようにして得られる本発明に係る化合物(19)は、公知の分離精製手段、 例えば濃縮、減圧濃縮、溶媒抽出、結晶化、再沈殿、クロマトグラフィー等によ り単離精製するか又は単離精製することなく、次工程に付すことができる。

10 (工程17)本工程は、塩基の存在下、前記工程16で得られた化合物(19)と下記式(20)



[式中、A環はピリジン環、ピラジン環、ピリミジン環又はピリダジン環を示し、 各記号は前記定義に同じ]で表されるハロゲン化合物とを反応させることにより、 45 本発明に係る化合物(I-4)を製造する方法である。

本工程において用いられるハロゲン化合物(20)の量は、化合物(19)1 当量に対して、通常0.5乃至10当量、好ましくは1乃至3当量である。

本反応において用いられる塩基としては、炭酸カリウム、炭酸セシウム、水素 化ナトリウム等が挙げられ、これらのうち、炭酸カリウムが好ましい。

20 本工程において用いられる塩基の量は、化合物 (19) 1 当量に対して、通常 0.5 乃至 20 当量であり、好ましくは1 乃至 10 当量である。

反応温度は、通常25度乃至反応溶媒の還流温度であり、好ましくは50度乃 至反応溶媒の還流温度である。

反応時間は、通常1時間乃至48時間であり、好ましくは1時間乃至24時間 25 である。

本工程において用いられる反応溶媒としては、反応に支障のないものであれば、 特に限定されないが、具体的には、例えばN, Nージメチルホルムアミドが好ま しい。

5

20

25

R¹に保護基が必要な場合には、R¹の種類に応じて必要な保護基を導入することができる。該R¹の保護基は、工程17においてR¹の保護基として作用し、その後容易に該保護基が除去されるものであればいかなるものであってもよい。

R¹の保護基の導入、除去方法は、文献記載の方法(例えば、プロテクティブ グループス イン オーガニック シンセシス(Protective Gro ups in Organic Synthesis)、T. W. Green著、 第2版、John Wiley&Sons社、1991年等)、それに準じた方 法又はこれらと常法とを組み合わせることにより行うことができる。

また、A環上の置換基R¹¹を変換することによって、R¹とすることもできる。 A環上の置換基R¹¹からR¹への変換は、文献記載の方法(例えば、コンプリ ヘンシブ オーガニック シンセシス(Comprehensive Orga nic Synthesis)第6巻、Pergamon Press社、19 91年、コンプリヘンシブ オーガニック トランスフォーメーション(Com prehensive Organic Transformations)R ichard Lら著、VCH Publishers社、1988年、等)、 それに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより行うことができ る。

R¹¹としては、例えばハロゲン原子、アルコキシカルボニル基等が挙げられる。 R¹¹が、例えばアルコキシカルボニル基である場合には、アルコキシカルボニル基を還元することによって、ヒドロキシメチル基へと変換することが可能である。

アルコキシカルボニル基から、ヒドロキシメチル基への変換反応は、アルコキシカルボニル基を有する化合物と水素化アルミニウムリチウムとを反応させることによって、R¹としてヒドロキシメチル基を有する化合物を製造することができる。

さらに、R¹としてヒドロキシメチル基を有する化合物をアジド化それに続く 還元反応によりアミノメチル基へと変換することができる。

前記式で表されるハロゲン化合物(20)が、A環上にR11を置換基として有

している場合には、R11は保護基を有していてもよい。

当該保護基の導入方法については、文献記載の方法(プロテクティブ グループス イン オーガニック シンセシス (Protective Groups in Organic Synthesis)、T.W.Green著、第2版、

5 John Wiley&Sons社、1991年、等)、それに準じた方法又は これらと常法とを組み合わせることにより行うことができる。

このようにして得られる化合物 (I-4) は、公知の分離精製手段、例えば濃縮、減圧濃縮、溶媒抽出、結晶化、再沈殿、クロマトグラフィー等により単離精製することができる。

10 本発明に係る化合物 (I-5) は、以下の方法によっても製造することができる。

[式中、 R^{22} は、保護基を有していてもよい R^{2} を示し、各記号は前記定義に同じ]

(工程18) 本工程は、塩基の存在下、化合物(21)と前記式(20)



5

10

15

25

[式中、R⁴はヒドロキシ基の保護基を示し、各記号は前記定義に同じ]で表されるハロゲン化合物とを反応させて、化合物(23)を製造する方法である。

本工程において用いられる化合物(21)の有するヒドロキシ基の保護基 R^4 の導入は、前記記載の文献(例えばプロテクティブ グループス イン オーガニック シンセシス(Protective Groups in Organic Synthesis)、<math>T.W.Green著、第2版、John Wiley & Sons社、1991年、等)、それに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより行うことができる。

本工程は、前記工程17と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法と を組み合わせることにより行うことができる。

R⁴としては、より具体的には、例えば、メトキシメチル基、ベンジル基、4 ーメトキシーベンジル基、2-(トリメチルシリル)エトキシメチル基、ter tーブチルジメチルシリル基、tertープチルカルボニル基等が挙げられる。 用いられる化合物(20)の量は、用いられる化合物及び溶媒の種類、その他 の反応条件により異なるが、化合物(21)1当量に対して、通常0.1万至2 0当量、好ましくは0.5万至5当量である。

用いられる塩基の量は、用いられる化合物及び溶媒の種類その他の反応条件に 20 より異なるが、通常 0. 1 乃至 2 0 当量、好ましくは 0. 5 乃至 5 当量である。

用いられる塩基としては、本工程において、化合物(20)と化合物(21) との反応において、化合物(23)を製造するものであれば、いかなるものを用 いてもよいが、例えば、炭酸セシウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、リン酸 カリウム、酢酸カリウム、カリウムーtert-ブチラート、トリエチルアミン 等が挙げられる。

用いられる反応溶媒としては、不活性溶媒が挙げられ、反応に支障のない限り 特に限定されないが、具体的には、例えば、ピリジン、トルエン、1,4-ジオ キサン、N, Nージメチルホルムアミド、N, Nージメチルアセトアミド、ジメチルスルホキシド、1-メチル-2-ピロリジノン等が挙げられる。

本工程においては、反応系中に、酸化銅(I)、酸化銅(II)又は塩化銅(I) を共存させてもよい。

5 また本工程においては、反応系中に、酢酸パラジウム(II)又は塩化パラジウム(II)等のパラジウム塩及び2-(ジーtert-プチルホスフィノ)ビフェニル又はトリフェニルホスフィン等の配位子を共存させてもよい。

さらに、本工程においては、炭酸銀、酢酸銀、酸化銀又はトリフルオロ酢酸銀 等を反応系中に、共存させてもよい。

10 本工程における反応温度は、通常 0 度乃至反応溶媒の還流温度、好ましくは室 温乃至 1 5 0 度である。

本工程における反応時間は、通常0.1時間乃至72時間、好ましくは0.5 時間乃至 5時間である。

このようにして得られる化合物(23)は、公知の分離精製手段、例えば濃縮、

15 減圧濃縮、結晶化、溶媒抽出、再沈殿、クロマトグラフィー等により単離精製するか又は単離製精製することなく、次工程に付すことができる。

(工程19) 本工程は、前記工程18で得られた化合物(23)のヒドロキシ基の保護基を除去して、化合物(24)を製造する方法である。

本工程における保護基の除去は、文献記載の方法(例えばプロテクティブ グ
20 ループス イン オーガニック シンセシス(Protective Groups in Organic Synthesis)、T. W. Green著、第2版、John Wiley&Sons社、1991年、等)、それに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより行うことができ、R⁴がメトキシメチル基の場合には、該保護基の除去は、例えば、トリフルオロ酢酸(TFA)、塩酸等を用いることにより行うことができる。

R⁴の除去にTFAを用いる場合には、TFAの量は、通常0.5乃至100 0当量、好ましくは1乃至100当量である。

R⁴の除去に塩酸を用いる場合には、塩酸の量は、通常0.5乃至1000当量、好ましくは1乃至100当量である。

本工程において用いられる反応溶媒は、反応に支障のないものであれば、特に限定されないが、例えば塩化メチレン、クロロホルム、メタノール、1,4-ジオキサン等が挙げられる。

反応温度は、通常 0 度乃至反応溶媒の還流温度、好ましくは室温乃至反応溶媒 5 の還流温度である。

反応時間は、通常 0. 1時間乃至 7 2時間、好ましくは 0. 5時間乃至 1 2時間である。

このようにして得られる化合物(24)は、公知の分離精製手段、例えば、濃縮、減圧濃縮、溶媒抽出、結晶化、再沈殿、クロマトグラフィー等により単離精 10 製するか又は単離精製することなく、次工程に付すことができる。

(工程 20)本工程は、前記工程で得られた化合物(24)と化合物(25-1) 又は(25-2)とを反応させることにより化合物(26)を製造する方法である。

化合物(24)と化合物(25-1)との反応は、いわゆる光延反応であり、
ホスフィン化合物及びアゾ化合物の存在下、文献記載の方法(例えばミツノブ(Mitsunobu.O)著、「ユース オブ ジエチル アゾジカルボキシレート アンド トリフェニルホスフィン イン シンセシス アンド トランスフォーメーション オブ ナチュラル プロダクツ(The use of diethyl azodicarboxylate and triphenyl phosphine in synthesis and transformation of natural products)」、シンセシス(Synthesis)、第1巻、1981年、p1-28))、それに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより行うことができる。

本工程において用いられるアルコール化合物(25-1)の量は、化合物(2 25 4)1当量に対して、通常0.5乃至10当量、好ましくは1乃至3当量である。 本工程において用いられるホスフィン化合物としては、通常例えばトリフェニル ホスフィン、トリエチルホスフィン等が挙げられる。

用いられるホスフィン化合物の量は、化合物(24)1当量に対して、通常0. 5 乃至10 当量であり、好ましくは1乃至3 当量である。

用いられるアゾ化合物としては、例えばジエチルアゾジカルボキシレート、ジ イソプロピルアゾジカルボキシレート等が挙げられる。

用いられるアゾ化合物の量は、化合物(24)1当量に対して、通常0.5乃至10当量、好ましくは1乃至3当量である。

5 本工程における反応時間は、通常1乃至48時間、好ましくは4乃至12時間 である。

本工程における反応温度は、通常0度乃至反応溶媒の還流温度、好ましくは1 5乃至30度である。

本工程において用いられる反応溶媒としては、反応に支障のないものであれば、 10 特に限定されないが、具体的には、例えばテトラヒドロフラン、トルエン等が挙 げられる。

また、化合物(24)と化合物(25-2)との反応は、前記工程2と同様の方法で行えばよい。

化合物(24)に対するハロゲン化合物(25-2)の当量数、反応温度、反応時間等の反応条件は、前記2と同様の方法又はそれに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより行うことができる。

さらに化合物 (26) は化合物 (24) と式 (25-3) R²²-X³ (25-3)

[式中、R²²は、保護基を有していてもよいR²を示し、X³はメシレート又はト 20 シレートなどの脱離基を示す]で表される化合物とを反応させることにより製造 することができる。

化合物(24)に対する化合物(25-3)の当量数、反応温度、反応時間等の反応条件は、前記2と同様の方法又はそれに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより行うことができる。

25 このようにして得られる化合物(26)は、公知の分離精製手段、例えば濃縮、 減圧濃縮、結晶化、溶媒抽出、再沈殿、クロマトグラフィー等により単離精製す るか又は単離精製することなく、次工程に付すことができる。

(工程21) 本工程は、前記工程で得られた化合物(26)の有するカルボキシル基の保護基Rを除去することにより、化合物(27)を製造する方法である。

15

本工程は、前記工程4と同様の反応条件により行えばよく、前記文献記載の方法 (例えばプロテクティブ グループス イン オーガニック シンセシス (Protective Groups in Organic Synthesis)、T.W.Green著、第2版、John Wiley&Sons社、1991年、等)、それに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより行うことができる。

このようにして得られる化合物(27)は、公知の分離精製手段、例えば濃縮、 減圧濃縮、溶媒抽出、結晶化、再沈殿、クロマトグラフィー等により単離精製す るか又は単離精製することなく、次工程に付すことができる。

10 (工程22)本工程は、前記工程で得られた化合物(27)とアミノ化合物(II)とを反応させることにより化合物(28)を製造する方法である。

本反応は、アミド結合形成反応であり、反応温度、反応溶媒等の反応条件は、 前記工程5、10等と同様に行えばよい。

このようにして得られる本発明に係る化合物(28)は、公知の分離精製手段、 例えば濃縮、減圧濃縮、溶媒抽出、結晶化、再沈殿、クロマトグラフィー等によ り単離精製することができる。

化合物(28)のR²²が保護基を有していない場合には、化合物(28)が本 発明に係る化合物に相当する。

また、化合物(28)の R^{22} 及び/又は R^{3} に保護基を有している場合には、 20 その保護基を除去して、本発明に係る化合物 (I-5)を製造することができる。 保護基の除去は、文献記載の方法(例えばプロテクティブ グループス イン オーガニック シンセシス (Protective Groups in Organic Synthesis)、T. W. Green著、第2版、John Wiley&Sons社、1991年、等)、それに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより行うことができる。

例えば、保護基の必要な場合としては、R²上の置換基として、ヒドロキシ基を有する場合には、ヒドロキシ基の保護基としては、例えば、tertープチルジメチルシリル基等が挙げられ、該保護基の除去としては、塩酸、トリフルオロ酢酸、水酸化ナトリウム、テトラプチルアンモニウムフルオライド等が挙げられ

る。

15

なお、工程18において用いられる化合物(20)の1つとしては、例えば、 下記式(22)

5 [式中、各記号は前記定義に同じ]で表される化合物が挙げられ、該化合物は、 下記に示した方法により製造することができる。

[各記号は、前記定義に同じ]

(工程18-1) 本工程は、ジハロピリジン化合物(22-1)とナトリウムチ 10 オアルコキシドとを反応させることにより、アルキルスルファニルピリジン誘導 体 (22-2) を製造する方法である。

本工程において用いられるジハロピリジンとしては、具体的には、例えば、2,5-ジブロモピリジン、2,5-ジクロロピリジン、2,5-ジヨードピリジン、5-ブロモー2-クロロピリジン、2-クロロー5-ヨードピリジン、5-ブロモー2-フルオロピリジン等が挙げられる。

本工程において用いられるナトリウムチオアルコキシドは、通常化合物(22-1)1当量に対して、通常0.1乃至3当量、好ましくは、1乃至2当量である。

用いられるナトリウムチオアルコキシドとしては、具体的には、例えば、ナト 20 リウムチオメトキシド、ナトリウムチオエトキシド等が挙げられる。

本工程において用いられる溶媒としては、例えば不活性溶媒が挙げられ、反応 に支障のない限り、特に限定されないが、具体的には、例えばN, N-ジメチル

20

ホルムアミド、テトラヒドロフラン、1-メチル-2-ピロリジノン、水等が挙 げられる。

本工程の反応時間は、通常 0.5時間乃至 72時間であり、好ましくは、1時間乃至 12時間である。

5 このようにして得られた化合物(22-2)は、公知の分離精製手段、例えば、 濃縮、減圧濃縮、結晶化、溶媒抽出、再沈殿、クロマトグラフィー等により単離 精製するか、又は単離精製することなく、次工程に付すことができる。

(工程18-2)本工程は、前記工程18-1で得られた化合物(22-2)とmCPBAとを反応させることにより化合物(22)を製造する方法である。

10 本工程において用いられる酸化反応は、前記記載の工程3と同様の方法、これ に準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより行うことができる。

本工程において用いられるmCPBAの量、反応温度、反応時間、反応溶媒についても、工程3と同様の方法、これに準じた方法で行うことができる。

さらに本工程に用いられる酸化剤としては、過酸化水素水、タングステン酸ナ トリウム、次亜塩素酸ナトリウム等が挙げられる。

本工程において用いられる酸化剤の量としては、通常化合物(22-2)1当量に対して、通常0.1乃至10当量、好ましくは、1乃至5当量である。

本工程において用いられる溶媒としては、反応に支障のない限り、特に限定されないが、具体的には、アセトニトリル、エタノール、メタノール等が挙げられる。

このようにして得られた化合物(22)は、公知の分離精製手段、例えば濃縮、減圧濃縮、結晶化、溶媒抽出、再沈殿、クロマトグラフィー等により単離精製することができる。

本発明に係る化合物(I-6)は、以下の方法によっても製造することができ 25 る。

[式中、各記号は前記定義に同じ]

(工程24)本工程は、塩基の存在下、化合物(21)と化合物(29)とを反 応させることにより化合物(30)を製造する方法である

本工程において用いられる化合物(29)が有するXとしては、前記定義のハロゲン原子のうち、より具体的には、例えば臭素原子、ヨウ素原子が好ましい。

本工程において用いられる化合物 (29) が有するRとしては、前記定義の低級アルキル基のうち、より具体的には、例えばメチル基、エチル基、プロピル基、

5 イソプロピル基等が好ましい。

本工程において用いられる塩基としては、リン酸カリウム、酢酸カリウム、カリウム-tert-ブチラート、トリエチルアミン等が挙げられる。

本工程において用いられる塩基の量は、化合物(21)1当量に対して、通常 0.01乃至10当量、好ましくは0.1乃至2当量である。

10 また本工程においては、反応系中に、酢酸パラジウム(II)又は塩化パラジウム(II)等のパラジウム塩及び2-(ジーtert-ブチルホスフィノ)ビフェニル又はトリフェニルホスフィン等の配位子を共存させてもよい。

本工程において用いられるパラジウム塩の量は、化合物(21)1当量に対して、通常0.01乃至10当量、好ましくは0.1乃至2当量である。

15 本工程において用いられる配位子の量は、化合物(21)に対して、通常0. 1乃至10当量、好ましくは0.5乃至2当量である。

反応温度は、通常室温乃至反応溶媒の還流温度であり、好ましくは50度乃至 反応溶媒の還流温度である。

反応溶媒は、反応に支障のないものであれば、いずれのものを用いてもよいが、 例えば、

反応時間は、通常 0.5時間乃至 72時間、好ましくは 1時間乃至 12時間である。

25 このようにして得られる化合物(30)は、公知の分離精製手段、例えば濃縮、 減圧濃縮、結晶化、溶媒抽出、再沈殿、クロマトグラフィー等により単離精製す るか又は単離精製することなく、次工程に付すことができる。

(工程 25)本工程は、前記工程 24 で得られた化合物(30)のヒドロキシ基の保護基である R^4 を除去して化合物(31)を製造する方法である。(30)

15

20

の有するヒドロキシ基の除去反応は、前記文献記載の方法(例えばプロテクティブ グループス イン オーガニック シンセシス(Protective Groups in Organic Synthesis)、T. W. Green著、第2版、John Wiley&Sons社、1991年、等)、それに 準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより行うことができ、前記 工程19と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより製造することができる。

このようにして得られる化合物(31)は、公知の分離精製手段、例えば濃縮、減圧濃縮、結晶化、溶媒抽出、再沈殿、クロマトグラフィー等により単離精製するか又単離精製することなく、次工程に付すことができる。

(工程26) 本工程は、前記工程25で得られた化合物(31)とR²²OHとを反応させて、化合物(32)を製造する方法である。

本工程において用いられる反応は、いわゆる光延反応であり、ホスフィン化合物及びアゾ化合物の存在下、文献記載の方法(例えばミツノブ(Mitsunobu.O)著、「ユース オブ ジエチル アゾジカルボキシレート アンド トリフェニルホスフィン イン シンセシス アンド トランスフォーメーションオブ ナチュラル プロダクツ(The use of diethyl az odicarboxylate and triphenylphosphine in synthesis and transformation of natural products)」、シンセシス(Synthesis)、第1巻、1981年、p1-28))、それに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより行うことができる。

本工程において用いられるアルコール化合物(25)の量は、化合物(31) 1 当量に対して、通常0.5乃至10当量、好ましくは1乃至3当量である。

25 本工程において用いられるホスフィン化合物としては、通常例えばトリフェニ ルホスフィン、トリエチルホスフィン等が挙げられる。

用いられるホスフィン化合物の量は、化合物(31)1当量に対して、通常0. 5乃至10当量であり、好ましくは1乃至3当量である。

用いられるアゾ化合物としては、例えばジエチルアゾジカルボキシレート、ジ

20

25

イソプロピルアゾジカルボキシレート等が挙げられる。

用いられるアゾ化合物の量は、化合物(31)1当量に対して、通常0.5乃至10当量、好ましくは1乃至3当量である。

本工程における反応時間は、通常1乃至48時間、好ましくは4乃至12時間 5 である。

本工程における反応温度は、通常0度乃至反応溶媒の還流温度、好ましくは1 5万至30度である。

本工程において用いられる反応溶媒としては、反応に支障のないものであれば、 特に限定されないが、具体的には、例えばテトラヒドロフラン、トルエン等が挙 10 げられる。

このようにして得られる化合物(32)は、公知の分離精製手段、例えば濃縮、 減圧濃縮、結晶化、溶媒抽出、再沈殿、クロマトグラフィー等により単離精製す るか又は単離精製することなく、次工程に付すことができる。

(工程27)本工程は、前記化合物(32)の有するカルボキシル基の保護基を除去して、化合物(33)を製造する方法である。本工程は、前記工程21等と同様の方法、それに準じた方法、又はこれらと常法とを組み合わせることにより行うことができる。

このようにして得られる化合物(33)は、公知の分離精製手段、例えば濃縮、 減圧濃縮、結晶化、溶媒抽出、再沈殿、クロマトグラフィー等により単離精製す るか又は単離精製することなく、次工程に付すことができる。

(工程28) 本工程は、前記工程27において得られた化合物(33)と式(II)で表される化合物とを反応させて、化合物(34)を製造する方法である。

本工程における反応は、いわゆるアミド結合形成反応であり、前記工程 2 2 と 同様の方法、それに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより行 うことができる。

このようにして得られる化合物(34)は、公知の分離精製手段、例えば濃縮、減圧濃縮、結晶化、溶媒抽出、再沈殿、クロマトグラフィー等により単離精製するか又は単離精製することなく次工程に付すことができ。なお、化合物(34)において、R³及び/又はR²²に保護基を有していない場合には、化合物(34)

25

は、本発明に係る化合物である。

(工程 29)本工程は、前記工程 28 において得られた化合物(34)の R^3 及び/又は R^{22} に保護基を有している場合には、適宜その保護基を除去することにより本発明に係る化合物(I-5)を製造する方法である。

本工程における反応は、前記文献記載の方法(例えばプロテクティブ グループス イン オーガニック シンセシス(Protective Groups in Organic Synthesis)、T. W. Green著、第2版、John Wiley&Sons社、1991年、等)、それに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより行うことができる。

10 このようにして得られる化合物(I-5)は、公知の分離精製手段、例えば濃縮、減圧濃縮、結晶化、溶媒抽出、再沈殿、クロマトグラフィー等により単離精製することができる。

本発明によって提供されるヘテロアリールカルバモイルベンゼン誘導体は、薬学的に許容される塩として存在することができ、当該塩は、本発明に係る化合物 (I) に包含される上記式 (I-1)、 (I-2)、 (I-3)、 (I-4)、 (I-5) 及び (I-6) を用いて、常法に従って製造することができる。

具体的には、上記(I-1)、(I-2)、(I-3)、(I-4)、(I-5)又は(I-6)の化合物が、当該分子内に例えばアミノ基、ピリジル基等に由来する塩基性基を有している場合には、当該化合物を酸で処理することにより、相当する薬学的に許容される塩に変換することができる。

当該酸付加塩としては、例えば塩酸塩、フッ化水素酸塩、臭化水素酸塩、ヨウ化水素酸塩等のハロゲン化水素酸塩;硝酸塩、過塩素酸塩、硫酸塩、燐酸塩、炭酸塩等の無機酸塩;メタンスルホン酸塩、トリフルオロメタンスルホン酸塩、エタンスルホン酸塩等の低級アルキルスルホン酸塩;ベンゼンスルホン酸塩、 pートルエンスルホン酸塩等のアリールスルホン酸塩;フマル酸塩、コハク酸塩、クエン酸塩、酒石酸塩、シュウ酸塩、マレイン酸塩等の有機酸塩;及びグルタミン酸塩、アスパラギン酸塩等のアミノ酸等の有機酸である酸付加塩を挙げることができる。また、本発明の化合物が酸性基を当該基内に有している場合、例えばカルボキシル基等を有している場合には、当該化合物を塩基で処理することによっ

ても、相当する薬学的に許容される塩に変換することができる。当該塩基付加塩としては、例えばナトリウム、カリウム等のアルカリ金属塩、カルシウム、マグネシウム等のアルカリ土類金属塩、アンモニウム塩、グアニジン、トリエチルアミン、ジシクロヘキシルアミン等の有機塩基による塩が挙げられる。さらに本発明の化合物は、遊離化合物又はその塩の任意の水和物又は溶媒和物として存在してもよい。

2型糖尿病或いはそれに関連する疾患若しくは症状の予防又は治療のための薬剤を製造するにあたり、本発明に係る式(I)の化合物は、式(I)の化合物と担体物質とを組み合わせて用いることができる。

10 本発明に係る式(I)の化合物の予防又は治療のための投与量は、もちろん、 治療する症状の性質、選択する特定の化合物及び投与経路により変動する。

また、年齢、体重及び各患者の感受性によっても変動する。一般的に、1日の投与量は、単回又は複数回の量として、体重1kgあたり、約0. 001mgから約100mgであり、好ましくは、体重1kgあたり、約0. 01mgから約50mgであり、より好ましくは約0. 1mgから10mgである。これらの制限を越えた範囲での投与量の使用が必要な場合もありうる。

15

20

25

適切な経口投与量の例としては、単回又は1日あたり、2乃至4回の複数回投与としては、少なくとも約0.01mgから多くとも2.0gである。好ましくは、投与量の範囲は、1日に1回又は2回の投与で、約1.0mgから約200mgである。より好ましくは、投与量の範囲は、1日1回の投与で約10mgから100mgである。

静脈内投与又は経口投与を用いた場合には、代表的な投与範囲は、1日あたり、体重1kgあたり、式(I)の化合物を約0.001mgから約100mg(好ましくは0.01mgから約10mg)であり、より好ましくは1日あたり、体重1kgあたり、式(I)の化合物を約0.1mgから10mgである。

上述したように、医薬組成物は、式(I)の化合物と薬学的に許容される担体を含む。「組成物」という用語は、直接又は間接的に、2又はそれ以上のいかなる成分を組み合わせ、複合させ又は凝集させてできたもの、1又はそれ以上の成分を解離させた結果できたもの、或いは、成分間の他のタイプの作用又は相互作

用の結果によりできたものだけでなく、担体を構成する活性及び不活性成分(薬学的に許容される賦形剤)も含む。

医薬上許容される担体と組み合わせて、2型糖尿病の治療、予防或いその発症 を遅らせるのに有効な量の式(I)の化合物が含まれる組成物が好ましい。

5 本発明に係る化合物の効果的な量を哺乳類、とりわけヒトに投与するためには、いかなる適切な投与経路でも用いることができる。例えば、経口、直腸、局所、静脈、眼、肺、鼻などを用いることができる。投与形態の例としては、錠剤、トローチ、散剤、懸濁液、溶液、カプセル剤、クリーム、エアロゾールなどがあり、経口用の錠剤が好ましい。

10 発口用の組成物を調製するに際しては、通常の医薬用媒体であれば、いかなるものも用いることができ、そのような例としては、例えば、水、グリコール、オイル、アルコール、香料添加剤、保存料、着色料などであり、経口用の液体組成物を調製する場合には、例えば、懸濁液、エリキシル剤及び溶液が挙げられ、担体としては、例えば、澱粉、砂糖、微結晶性セルロース、希釈剤、造粒剤、潤滑剤、結合剤、崩壊剤などが挙げられ、経口用の固体組成物を調製する場合には、例えば、パウダー、カプセル剤、錠剤などが挙げられ、中でも経口用の固体組成物が好ましい。

投与のしやすさから、錠剤やカプセル剤が最も有利な経口投与形態である。必要ならば、錠剤は、標準の水性又は非水性の技術でコーティングすることができる。

上記の通常の投与形態に加えて、式(I)に係る化合物は、例えば、U.S.特許番号3,845,770、3,916,899、3,536,809、3,598,123、3,630,200及び4,008,719に記載の放出制御手段及び/又はデリバリー装置によっても、投与することができる。

25 経口投与に適した本発明に係る医薬組成物は、パウダー又は顆粒として、或い は水溶性の液体、非水溶性の液体、水中油型のエマルジョン又は油中水型のエマ ルジョンとして、それぞれがあらかじめ決められた量の活性成分を含むカプセル 剤、カシュー剤又は錠剤を挙げることができる。そのような組成物は、薬剤学上 いかなる方法を用いて調製することができるが、すべての方法は、活性成分と1 又は2以上の必要な成分からなる担体とを一緒にする方法も含まれる。

一般に、活性成分と液体の担体又はよく分離された固体の担体或いは両方とを 均一かつ充分に混合し、次いで、必要ならば、生産物を適当な形にすることによ り、組成物は調製される。例えば、錠剤は、圧縮と成形により、必要に応じて、

5 1 又は 2 以上の副成分と共に調製される。圧縮錠剤は、適当な機械で、必要に応じて、結合剤、潤滑剤、不活性な賦形剤、界面活性剤又は分散剤と混合して、活性成分をパウダーや顆粒などの形に自由自在に圧縮することにより調製される。

成形された錠剤は、パウダー状の湿った化合物と不活性な液体の希釈剤との混合物を適当な機械で成形することにより調製される。

10 好ましくは、各錠剤は、活性成分を約1mg乃至1g含み、各カシュー剤又は カプセル剤は、活性成分を約1mg乃至500mg含む。

式(I)の化合物についての医薬上の投与形態の例は、次の通りである。

(表 1)

注射用懸濁液 (I. M.)

	mg/ml
式(Ⅰ)の化合物	10
メチルセルロース	5.0
Tween80	0.5
ベンジルアルコール	9.0
塩化ベンズアルコニウム	1.0

注射用水を加えて、1.0ml とする。

15 (表2)

錠剤

	mg/tablet
式(Ⅰ)の化合物	25
メチルセルロース	415
Tween80	14.0
ベンジルアルコール	43.5
ステアリン酸マグネシウム	2.5

合計 500mg

(表3)

カプセル剤

	mg/capsule
式(I)の化合物	25
ラクトースパウダー	573.5
ステアリン酸マグネシウム	1.5

合計 600mg

(表4)

5

15

エアロゾール

	1容器あたり
式(Ⅰ)の化合物	24mg
レシチン、NF Liq. Conc.	1.2 mg
トリクロロフルオロメタン、NF	4.025g
ジクロロジフルオロメタン、NF	12.15 g

- 式(I)の化合物は、2型糖尿病と関連する疾患又は症状だけでなく、2型糖尿病の発症の治療/予防/遅延に用いられる他の薬剤と組み合わせて用いることができる。該他の薬剤は、通常用いられる投与経路又は投与量で、式(I)の化合物と同時に又は別々に投与することができる。
- 式(I)の化合物は、1又は2以上の薬剤と同時に使用する場合には、式(I) の化合物とこれらの他の薬剤とを含んだ医薬組成物が好ましい。従って、本発明に係る医薬組成物は、式(I)の化合物に加えて、1又は2以上の他の活性成分も含む。式(I)の化合物と組み合わせて用いられる活性成分の例としては、別々に投与するか、又は同じ医薬組成物で投与してもよいが、以下のものに限定されることはない。
 - (a) ビスーグアニド (例、プホルミン、メトホルミン、フェンホルミン)
 - (b) PPARアゴニスト(例、トログリタゾン、ピオグリタゾン、ノシグリタゾン)
 - (c) インスリン
 - (d) ソマトスタチン
- 20 (e) α f α f α f α α - α α

10

20

(f) インスリン分泌促進剤(例、アセトヘキサミド、カルブタミド、クロルプロパミド、グリボムリド、グリクラジド、グリメルピリド、グリピジド、グリキジン、グリソキセピド、グリブリド、グリヘキサミド、グリピナミド、フェンブタミド、トラザミド、トルブタミド、トルシクラミド、ナテグリニド、レパグリニド)

2番目の活性成分に対する式(I)の化合物の重量比は、幅広い制限の範囲内で変動し、さらに、各活性成分の有効量に依存する。従って、例えば、式(I)の化合物をPPARアゴニストと組み合わせて用いる場合には、式(I)の化合物のPPARアゴニストに対する重量比は、一般的に、約1000:1乃至1:1000であり、好ましくは、約200:1乃至1:200である。式(I)の化合物と他の活性成分との組み合わせは、前述の範囲内であるが、いずれの場合にも、各活性成分の有効量が用いられるべきである。

次に本発明に係る化合物(I)で表される化合物が示すグルコキナーゼ活性化 能及びその試験方法について示す。

15 前記式(I)で表される化合物の有する優れたグルコキナーゼ活性化作用の測定は、文献記載の方法(例えば、ディアベテス(Diabetes)、第45巻、第1671頁-1677頁、1996年等)又はそれに準じた方法によって行うことができる。

グルコキナーゼ活性は、グルコース-6-リン酸を直接測定するのではなく、 リポーターエンザイムであるグルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼがグルコース-6-リン酸からホスホグルコノラクトンを生成する際に、生じるThio -NADHの量を測定することによって、グルコキナーゼの活性化の程度を調べる。

このアッセイで使用するrecombinant human liver 25 GKはFLAG fusion proteinとしてE.coliに発現させ、 ANTIFLAG M2 AFFINITY GEL(Sigma)で精製した。 アッセイは平底96-well plateを用いて30℃で行った。Ass ay buffer (25mM Hepes Buffer:pH=7.2、2 mM MgCl₂、1mM ATP、0.5mM TNAD、1mM dith i o t h r e i t o l)を 69μ l 分注し、化合物のDMSO溶液またはコントロールとしてDMSOを 1μ l 加えた。次に、氷中で冷やしておいた E n z y m e m i x t u r e (FLAG-GK、20U/m l G 6 P D H) 20 μ l を分注した後、基質である 25 m M グルコースを 10μ l 加え、反応を開始させる (最終グルコース 濃度 = 2.5 m M)。

反応開始後、405nmの吸光度の増加を30秒ごとに10分間測定し、最初の5分間の増加分を使用して化合物の評価を行った。FLAG-GKは1%DMSO存在下で5分後の吸光度増加分が0.05から0.1の間になるように加えた。

10 DMSOコントロールでのOD値を100%とし、評価化合物の各濃度におけるOD値を測定した。各濃度のOD値より、Emax(%)及び $EC50(\mu M)$ を算出し、化合物のGK活性化能の指標として用いた。

本方法により本発明に係る化合物のGK活性化能を測定した。その結果を下記表1に示す。

15 (表5)

(本発明化合物の GK 活性化能)

max(%)	EC50(μM)
957	0.25
844	0.08
936	0.53
	957 844

本発明に係る化合物は上記表1に示したように、Emax及びEC50を指標として、優れたGK活性化能を有している。

発明を実施するための最良の形態

以下において、製剤例及び製造例により本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこれらによって何ら限定されるものではない。

25

製剤例1

製造例1の化合物10部、重質酸化マグネシウム15部及び乳糖75部を均一に

混合して、350μm以下の粉末状又は細粒状の散剤とする。この散剤をカプセル容器に入れてカプセル剤とする。

製剤例2

製造例1の化合物45部、澱粉15部、乳糖16部、結晶性セルロース21部、 5 ポリビニルアルコール3部及び蒸留水30部を均一に混合した後、破砕造粒して 乾燥し、次いで篩別して直径1410乃至177μmの大きさの顆粒剤とする。 製剤例3

製剤例2と同様の方法で顆粒剤を作製した後、この顆粒剤96部に対してステアリン酸カルシウム3部を加えて圧縮成形し直径10mmの錠剤を作製する。

10 製剤例4

20

製剤例2の方法で得られた顆粒剤90部に対して結晶性セルロース10部及びステアリン酸カルシウム3部を加えて圧縮成形し、直径8mmの錠剤とした後、これにシロップゼラチン、沈降性炭酸カルシウム混合懸濁液を加えて糖衣錠を作製する。

15 以下において、製剤例、製造例、参考例により本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこれらによって何ら限定されるものではない。

実施例の薄層クロマトグラフは、プレートとしてSilicagel 60F $_{245}$ (Merck) を、検出法としてUV検出器を用いた。カラム用シリカゲルとしては、Wakogel $^{\text{TM}}$ C-300 (和光純薬)を、逆相カラム用シリカゲルとしては、LC-SORB $^{\text{TM}}$ SP-B-ODS (Chemco) 又はYM C-GEL $^{\text{TM}}$ ODS-AQ 120-S50 (山村化学研究所)を用いた。

下記の実施例における略号の意味を以下に示す。

i-Bu:イソプチル基

n-Bu:n-プチル基

25 t-Bu:t-プチル基

Me: メチル基

Et:エチル基

Ph:フェニル基

i-Pr:イソプロピル基

n-Pr:n-プロピル基

CDCl₃: 重クロロホルム

CD₃OD: 重メタノール

DMSO-d₆: 重ジメチルスルホキシド

5 下記に核磁気共鳴スペクトルにおける略号の意味を示す。

s :シングレット

d : ダブレット

dd:ダブルダブレット

t : トリプレット

10 m:マルチプレット

br:ブロード

q:カルテット

」:カップリング定数

Hz:ヘルツ

15 製造例1

25

5-イソプロポキシー3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-(4-メ20チルチアゾール-2-イル)-ベンズアミドの調製

3,5-ジヒドロキシ安息香酸メチルエステル20.0g(0.12mol)の塩化メチレン溶液(1.21)にモレキュラーシープズ4A29.0g、p-メチルチオフェニルホウ酸22.0g(0.13mol)、酢酸銅(II)21.6g(0.13mol)及びトリエチルアミン83.0ml(0.59mol)を加えた後、酸素雰囲気下、室温で一晩攪拌した。反応液を濾過した後、減圧濃

縮し、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン:酢酸エチルエステル=2:1) により精製し、5-ヒドロキシ-3-(4-メチルチオフェノキシ) 安息香酸メチルエステル12.4g(収率:36%) を黄色固体として得た。

得られたフェノール体54.4mg(0.19mmol)のN, N-ジメチル 5 ホルムアミド溶液 (2.5ml) に炭酸カリウム129mg (0.94mmol) 及び2-プロモプロパン0.053m1(0.56mmol)を加えた後、反応 液を80度で4時間撹拌した。反応液に水を添加し、酢酸エチルエステルで抽出 し、有機層を飽和食塩水溶液で洗浄し、乾燥後、減圧下に濃縮した。得られた残 渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチルエステル= 10 2:1)により精製し、5-イソプロポキシー3-(4-メチルチオフェノキシ) -安息香酸メチルエステル55.4mg(収率:89%)を無色油状物として得 た。得られたエステル体41.0mg(0.12mmo1)のクロロホルム溶液 (2.0ml)に氷冷下、m-クロロ過安息香酸64.0mg(0.37mmo 1) を加え、反応液を氷冷下20分間攪拌した。反応液にチオ硫酸ナトリウム水 15 溶液を添加し、有機層を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和食塩水溶液で洗浄 し、乾燥後、減圧下に濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラ フィー(ヘキサン:酢酸エチルエステル=1:1)により精製し、5-イソプロ ポキシー3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-安息香酸メチルエステル4 3. 9mg (収率: 98%) を無色油状物として得た。 20

得られたスルホン体 4 1. 0 mg (0.11 mm o 1) のメタノール溶液 (1.0 ml) に、2 N水酸化ナトリウム水溶液 0.2 8 ml (0.56 mm o 1) を加え、反応液を一晩攪拌した。反応液に2 N塩酸水溶液を添加し、酢酸エチルエステルで抽出し、有機層を飽和食塩水溶液で洗浄し、乾燥後、減圧下に濃縮し、カルボキシル体の粗生成物を得た。得られたカルボキシル体 1 2.0 mg (0.0 3 4 mm o 1) の塩化メチレン溶液 (0.5 ml) に2 - アミノー4 - メチルチアゾール 5.90 mg (0.51 mo 1)、1 - ヒドロキシベンゾトリアゾール水和物 9.30 mg (0.068 mo 1) 及び1 - (3 - ジメチルアミノプロピル) - 3 - エチルカルボジイミド塩酸塩 13.0 mg (0.068 mo 1)

を加えた後、室温で一晩攪拌した。反応液を減圧下濃縮し、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチルエステル=1:1)により精製し、表題化合物を白色固体として得た。製造例1により得られた化合物の分析データを下記に示す。

5 ¹HNMR (CDCl₃) δ: 1. 34 (6H, d, J=6. 0Hz), 2. 22 (3H, d, J=0.7Hz), 3. 08 (3H, s), 4. 53-4. 57 (1H, m), 6. 57 (1H, d, J=0.7Hz), 6. 80 (1H, t, J=2.0Hz), 7. 11 (1H, d, J=2.0Hz), 7. 12 (2H, d, J=8.8Hz), 7. 27 (1H, d, J=2.0Hz), 7. 92 (2H, d, J=8.8Hz)

ESI-MS (m/e):447 [M+H] + 製造例2

15

20

25

<u>5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-3-(4-メタンスルホニル</u>フェノキシ)-N-チアゾール-2-イル-ペンズアミドの調製

製造例1で得られた5-ヒドロキシ-3-(4-メチルチオフェノキシ) 安息 香酸メチルエステル1.20g(4.13mmol)のテトラヒドロフラン溶液(10ml)に(2R)-1-(t-プチルジメチルシロキシ)-2-ヒドロキシプロパン1.40g(7.40mmol)及びトリフェニルホスフィン2.00g(7.40mmol)加えた後、ジエチルアゾジカルボキシレート3.20ml(7.40mmol)を氷冷下加え、室温で2時間攪拌した。反応液に水を添加し、酢酸エチルエステルで抽出し、有機層を飽和食塩水溶液で洗浄し、乾燥後、減圧下に濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(へ

キサン:酢酸エチルエステル=95:5)により精製し、5-((1S)-2-(t-ブチルジメチルシロキシ)-1-メチルーエトキシ)-3-(4-メチルチオフェノキシ)-安息香酸メチルエステル1.63g(収率:95%)を無色油状物として得た。得られたエステル体1.84g(3.97mmol)のクロロホルム溶液(40ml)に氷冷下、m-クロロ過安息香酸2.06g(12.0mmol)を加え、反応液を氷冷下0.5時間攪拌した。反応液にチオ硫酸ナトリウム水溶液を添加し、有機層を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和食塩水溶液で洗浄し、乾燥後、減圧下に濃縮し、スルホン体の粗生成物を得た。

得られたスルホン体のメタノール溶液(20m1)に、5N水酸化ナトリウム水溶液4.00ml(20.0mmol)を加え、反応液を1.5時間攪拌した。反応液に5%クエン酸水溶液(30ml)を添加し、酢酸エチルエステルで抽出し、有機層を飽和食塩水溶液で洗浄し、乾燥後、減圧下に濃縮し、カルボキシル体の粗生成物を得た。得られたカルボキシル体の塩化メチレン溶液(40ml)に2-アミノチアゾール1.20g(12.0mmol)、1-ヒドロキシベンゾトリアゾール水和物1.62g(12.0mmol)及び1-(3-ジメチルアミノプロピル)-3-エチルカルボジイミド塩酸塩1.53g(8.00mmol)を加えた後、室温で一晩攪拌した。反応液を1.5時間攪拌した。反応液に水を添加し、酢酸エチルエステルで抽出し、有機層を5%クエン酸水溶液、飽和食塩水溶液で洗浄し、乾燥後、減圧下に濃縮し、アミド体の粗生成物が得られた。

10

15

20

得られたアミド体の1,4-ジオキサン溶液(60m1)に4N塩酸水溶液20m1を加えた後、室温で15分間攪拌した。反応液を減圧下に濃縮後、トリエチルアミンを添加し、再度反応液を減圧下濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチルエステル=1:2)により精製し、表題化合物を白色固体として得た。以下に製造例2により得られた化合物の分析データを下記に示す。

¹HNMR (CDC1₃) δ : 1. 33 (d, 3H, J=6. 2Hz), 3. 10 (s, 3H), 3. 80 (m, 2H), 4. 56 (m, 1H), 6. 88 (m, 1H), 7. 03 (d, 1H, J=3. 6Hz), 7. 17 (d, 2H, J=8.

 $8\,H\,z$), 7. 22 (m, 1H), 7. 38 (m, 2H), 7. 96 (d, 2H, $J=8.~8\,H\,z$), 10. 8 (br, 1H)

ESI-MS (m/e) : 449 [M+H] +

上記製造例1又は2と同様の方法により、下記製造例3乃至58の化合物を得 5 た。以下にこれらの化合物の構造及び分析データを示す。

製造例3

10 $\frac{5-\text{T} + 5-3-(4-\text{X} + 2)-\text{X} - (4-\text{X} + 2)}{\text{X} + \text{Y} - \text{Y} - \text{Y} - \text{Y} - \text{Y} - \text{Y} - \text{Y}}$ ベンズアミドの調製

製造例3の化合物は、製造例1で得られた5-ヒドロキシー3-(4-メチルチオフェノキシ)安息香酸メチルエステル、プロモエタン、2-アミノー4-メトキシメチルーチアゾールを用いて、製造例1と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより無色油状物として得られた。

¹HNMR (CDC1₃) δ : 1. 45 (1H, t, J=7. 0Hz), 3. 10 (3H, s), 3. 44 (3H, s), 4. 10 (2H, q, J=7. 0Hz), 4. 45 (2H, s), 6. 85 (1H, t, J=2. 0Hz), 6. 92 (1H, s), 7. 14 (1H, s), 7. 15 (2H, d, J=8. 8Hz), 7.

20 29 (1H, s), 7. 94 (2H, d, J=8. 8Hz) ESI-MS (m/e): 463 [M+H] +

製造例4

15

<u>5-シクロペンチルオキシ-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-チ</u>アゾール-2-イル-ベンズアミドの調製

5 製造例4の化合物は、製造例1で得られた5-ヒドロキシ-3-(4-メチル チオフェノキシ)安息香酸メチルエステル、シクロペンチルブロミド、2-アミ ノーチアゾールを用いて、製造例1と同様の方法、これに準じた方法又はこれら と常法とを組み合わせることにより淡黄色油状物として得られた。

¹HNMR (CDC1₃) δ: 1. 61-1. 93 (8H, m), 3. 07 (3H, s), 4. 75-4. 79 (1H, m), 6. 81 (1H, d, J=2. 0Hz), 6. 97 (1H, d, J=3. 6Hz), 7. 13 (2H, d, J=8. 6Hz), 7. 20 (1H, s), 7. 21 (1H, d, J=3. 6Hz), 7. 33 (1H, d, J=2. 0Hz), 7. 92 (2H, d, J=8. 6Hz) ESI-MS (m/e): 459 [M+H] +

15 製造例 5

<u>3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-(テトラヒドロフラン-3-イ</u> 20 ルオキシ)-N-チアゾール-2-イルーベンズアミドの調製 製造例5の化合物は、製造例1で得られた5-ヒドロキシ-3-(4-メチルチオフェノキシ)安息香酸メチルエステル、3-ヒドロキシテトラヒドロフラン、2-アミノーチアゾールを用いて、製造例2と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより淡黄色油状物として得られた。

5 ¹HNMR (CDCl₃) δ: 2. 14-2. 27 (2H, m), 3. 08 (3H, s), 3. 91-3. 99 (4H, m), 4. 96-4. 97 (1H, m), 6. 82 (1H, d, J=1. 7Hz), 6. 99 (1H, d, J=3. 6Hz), 7. 13 (2H, d, J=8. 9Hz), 7. 18 (1H, d, J=3. 6Hz), 7. 25 (1H, s), 7. 30 (1H, d, J=1. 7Hz), 7. 93 (2H, d, J=8. 9Hz)

ESI-MS (m/e):461 [M+H] + 製造例6

15

20

3- (4-メタンスルホニルフェノキシ) -5- (2-メトキシ-1-メチルー エトキシ) -N-チアゾール-2-イル-ベンズアミドの調製

製造例6の化合物は、製造例1で得られた5-ヒドロキシー3-(4-メチルチオフェノキシ)安息香酸メチルエステル、1-メトキシー2-ヒドロキシープロパン及び2-アミノーチアゾールを用いて、製造例2と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより無色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDC1₃) δ : 1. 31 (d, 3H, J=6. 3Hz), 3. 07 (s, 3H), 3. 38 (s, 3H), 3. 55 (m, 2H), 4. 59 (m,

10

15

20

1 H), 6. 8 9 (m, 1 H), 6. 9 8 (d, 1 H, J = 3. 6 H z), 7. 1 3 (d, 2 H, J = 8. 8 H z), 7. 2 2 (m, 1 H), 7. 2 5 (d, 1 H, J = 3. 6 H z), 7. 3 8 (m, 1 H), 7. 9 2 (d, 2 H, J = 8. 8 H z)

5 ESI-MS(m/e):463 [M+H] + 製造例7

<u>3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-(2-メトキシ-1-メトキシメチル-エトキシ)-N-チアゾール-2-イル-ベンズアミドの調製</u>

製造例7の化合物は、製造例1で得られた5-ヒドロキシ-3-(4-メチルチオフェノキシ)安息香酸メチルエステル、1,3-ジメトキシ-2-ヒドロキシープロパン及び2-アミノチアゾールを用いて、製造例2と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより無色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ: 3. 08 (s, 3H), 3. 39 (s, 6H), 3. 63 (d, 4H, J=4. 7Hz), 4. 57 (m, 1H), 6. 98 (m, 2H), 7. 15 (d, 2H, J=8. 9Hz), 7. 27 (m, 2H), 7. 4 5 (m, 1H), 7. 93 (d, 2H, J=8. 9Hz)

ESI-MS (m/e): 493 [M+H] + 製造例8

3-(2-フルオロ-4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-イソプロポキシ -N-チアゾール-2-イルーベンズアミドの調製

5 製造例8の化合物は、製造例1と同様の方法により得られた5ーヒドロキシー3-(2-フルオロ-4-メタンスルホニルフェノキシ)安息香酸メチルエステル、2-プロモプロパン、2-アミノーチアゾールを用いて、製造例1と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより淡黄色油状物として得られた。

10 ¹HNMR (CDCl₃) δ:1. 37 (6H, d, J=6. 1Hz), 3. 11 (3H, s), 4. 60-4. 64 (1H, m), 6. 81 (1H, t, J=2. 2Hz), 7. 02 (1H, d, J=3. 6Hz), 7. 15 (1H, t, J=2. 2Hz), 7. 21 (1H, dd, J=7. 5, 8. 5Hz), 7. 31 (1H, t, J=2. 2Hz), 7. 40 (1H, d, J=3. 6Hz), 7. 72 (1H, ddd, J=1. 2, 2. 2, 7. 5Hz)

ESI-MS (m/e):451 [M+H] *

製造例9

3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) <math>-5-(1-メトキシメチループロポキシ) -N-(4-メチルーチアゾール-2-イル) -ベンズアミドの調製

製造例9の化合物は、製造例1で得られた5-ヒドロキシ-3-(4-メチルチオフェノキシ)安息香酸メチルエステル、2-ヒドロキシ-1-メトキシープタン、2-アミノ-4-メチルーチアゾールを用いて、製造例2と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより白色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDC1₃) δ: 0. 97 (t, 3H, J=7. 3Hz), 1. 71 (quintet, 2H, J=7. 3Hz), 2. 23 (s, 3H), 3. 08 (s, 3H), 3. 36 (s, 3H), 3. 54 (m, 2H), 4. 32 (m, 1H), 6. 56 (s, 1H), 6. 90 (m, 1H), 7. 13 (d, 2H, J=8. 9Hz), 7. 15 (m, 1H), 7. 35 (m, 1H), 7. 92 (d, 2H, J=8. 9Hz), 10. 6 (br, 1H) ESI-MS (m/e): 491 [M+H] +

15 製造例 1 0

20

<u>5-イソプロポキシー3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-ピラゾー</u>ル-3-イルーベンズアミドの調製

製造例10の化合物は、製造例1で得られた5-ヒドロキシー3-(4-メチールチオフェノキシ)安息香酸メチルエステル、2-ブロモプロパン及び3-アミノピラゾールを用いて、製造例1と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより淡黄色油状物として得られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ : 1. 35 (d, 6H, J=6. 0Hz), 3. 06 (s, 3H), 4. 58 (septet, 1H, J=6. 0Hz), 6. 00 (d, 1H, J=3. 0Hz), 6. 78 (m, 1H), 7. 15 (d, 2H, J=8. 9Hz), 7. 32 (m, 1H), 7. 41 (m, 1H), 7. 90 (d, 2H, J=8. 9Hz), 8. 14 (d, 1H, J=3. 0Hz) ESI-MS (m/e): 416 [M+H] +

製造例11

10

20

<u>5-イソプロポキシー3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-ピラジン</u> -2-イルーベンズアミドの調製

製造例11の化合物は、製造例1で得られた5-ヒドロキシー3-(4-メチルチオフェノキシ)安息香酸メチルエステル、2-プロモプロパン、2-アミノピラジンを用いて、製造例1と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより白色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDC1₃) δ : 1. 39 (d, 6H, J=6.0Hz), 3.09 (s, 3H), 4.62 (septet, 1H, J=6.0Hz), 6.82 (m, 1H), 7.14 (m, 1H), 7.17 (d, 2H, J=8.6Hz), 7.39 (m, 1H), 7.95 (d, 2H, 8.6Hz), 8.30 (m, 1H), 8.41 (m, 2H), 9.68 (brs, 1H)

製造例12

ESI-MS (m/e) : 428 [M+H] +

3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) <math>-5-(3-メトキシ-1-メチル-プロポキシ) -N-チアゾール-2-イル-ベンズアミドの調製

製造例13

<u>5-(3-ヒドロキシ-1-メチループロポキシ)-3-(4-メタンスルホニ</u>ルフェノキシ)-N-チアゾール-2-イルーベンズアミドの調製

製造例13の化合物は、製造例1で得られた5-ヒドロキシ-3-(4-メチルチオフェノキシ)安息香酸メチルエステル、1-(tert-ブチルジメチルシロキシ)-3-ヒドロキシーブタン及び2-アミノーチアゾールを用いて、製造例2と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより白色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDC1₃) δ : 1. 39 (d, 3H, J=6. 1Hz), 1. 88 (m, 1H), 2. 02 (m, 1H), 3. 10 (s, 3H), 3. 84 (m, 2H), 4. 71 (m, 1H), 6. 88 (m, 1H), 7. 01 (d, 1H, J=3. 5Hz), 7. 17 (d, 2H, J=8. 9Hz), 7. 24 (m, 1H), 7. 35 (d, 1H, J=3. 5Hz), 7. 48 (m, 1H), 7. 9 5 (d, 2H, J=8. 9Hz), 11. 0 (br, 1H) ESI-MS (m/e): 463 [M+H] ⁺

15 製造例14

5-イソプロポキシー3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-ピリミジ20 ン-4-イルーベンズアミドの調製

製造例14の化合物は、製造例1で得られた5-ヒドロキシ-3-(4-メチルチオフェノキシ)安息香酸メチルエステル、2-プロモプロパン及び4-アミノ-ピラジンを用いて、製造例1と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより白色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ : 1. 38 (d, 6H, J=6. 0Hz), 3. 90 (s, 3H), 4. 63 (septet, 1H, J=6. 0Hz), 6. 83 (m, 1H), 7. 16 (m, 1H), 7. 16 (d, 2H, J=8. 9Hz), 7. 29 (m, 1H), 7. 95 (d, 2H, J=8. 9Hz), 8. 31 (dd, 1H, J=1. 2, 5. 6Hz), 8. 61 (br, 1H), 8. 70 (d, 1H, J=5. 6Hz), 8. 90 (d, 1H, J=1. 2Hz) ESI-MS (m/e): 428 [M+H] +

製造例15

10

<u>5-イソプロポキシー3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-(ピリミジン-2-イル)-ベンズアミドの調製</u>

製造例15の化合物は、製造例1で得られた5-ヒドロキシ-3-(4-メチ 15 ルチオフェノキシ)安息香酸メチルエステル、2-プロモプロパン及び2-アミ ノーピラジンを用いて、製造例1と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと 常法とを組み合わせることにより白色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ : 1. 37 (d, 6H, J=6.0Hz), 3. 08 (s, 3H), 4. 62 (septet, 1H, J=6.0Hz), 6. 79 (t,

20 1H, J=2. 2Hz), 7. 05-7. 20 (m, 4H). 7. 31 (t, 1 H, J=2. 2Hz), 7. 93 (d, 2H, J=8. 8Hz), 8. 60 (b r, 1H), 8. 68 (d, 2H, J=5. 9Hz)

ESI-MS (m/e) : 428 [M+H] +

製造例16

N-(4-ヒドロキシメチルーチアゾールー2-イル)-5-イソプロポキシー3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-ペンズアミドの調製

製造例16の化合物は、製造例1で得られた5-ヒドロキシー3-(4-メチルチオフェノキシ)安息香酸メチルエステル、2-プロモプロパン及び2-アミノー4-(ter tプチルジメチルシロキシメチル)-チアゾールを用いて、製造例1と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより白色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ : 1. 38 (6H, d, J=6. 0Hz), 3. 08 (3H, s), 4. 61-4. 65 (3H, m), 6. 83 (1H, t, J=2. 2Hz), 6. 87 (1H, s), 7. 17 (2H, d, J=8. 9Hz), 7. 18 (1H, d, J=2. 0Hz), 7. 34 (1H, d, J=2. 0Hz), 7. 95 (2H, d, J=8. 9Hz)

ESI-MS (m/e) : 463 [M+H] +

製造例17

10

15

N-(イソオキサゾール-3-イル)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -5-(1-メトキシメチループロポキシ)-ベンズアミドの調製

製造例17の化合物は、製造例1で得られた5-ヒドロキシ-3-(4-メチルチオフェノキシ) 安息香酸メチルエステル、2-ヒドロキシ-1-メトキシープタン及び3-アミノーオキサゾールを用いて、製造例2と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより無色油状物として得られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ: 0. 99 (t, 3H, J=7. 5Hz), 1. 74

10 (quintet, 2H, J=7. 5Hz), 3. 01 (s, 3H), 3. 38
(s, 3H), 3, 57 (m, 2H), 4. 39 (m, 1H), 6. 89 (m, 1H), 7. 16-7. 12 (m, 2H), 7. 14 (d, 2H, J=8. 8Hz), 7. 32 (m, 1H), 7. 93 (d, 2H, J=8. 8Hz), 8. 3

3 (s, 1H, J=1. 9Hz), 8. 64 (br, 1H)

15 ESI-MS (m/e):461 [M+H] + 製造例18

20 3 - (4 - メタンスルホニルフェノキシ) - 5 - (1 - メトキシメチループロポキシ) <math>-N - [1, 3, 4] チアジアゾールー2 - 1 の調製

製造例18の化合物は、製造例1で得られた5-ヒドロキシ-3-(4-メチルチオフェノキシ) 安息香酸メチルエステル、2-ヒドロキシ-1-メトキシープタン及び2-アミノ-1,3,4-チアジアゾールを用いて、製造例2と同様

の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより無色油 状物として得られた。

¹HNMR (CDC1₃) δ : 0. 98 (t, 3H, J=7. 5Hz), 1. 75 (quintet, 2H, J=7. 5Hz), 3. 07 (s, 3H), 3. 37 (s, 3H), 3. 56 (m, 2H), 4. 45 (m, 1H), 6. 93 (m, 1H), 7. 14 (d, 2H, J=8. 9Hz), 7. 44 (m, 1H), 7. 53 (m, 1H), 7. 91 (d, 2H, J=8. 9Hz), 8. 73 (s, 1H), 12. 0 (br, 1H)

ESI-MS (m/e) : 478 [M+H] +

10 製造例19

5

15

20

5-(1-ヒドロキシメチループロポキシ) -3-(4-メタンスルホニルフェ J+シ) -N-(4-メチルーチアゾール-2-イル) -ペンズアミドの調製

製造例19の化合物は、製造例1で得られた5-ヒドロキシ-3-(4-メチルチオフェノキシ)安息香酸メチルエステル、1-(tert-ブチルジメチルシロキシ)-2-ヒドロキシーブタン及び2-アミノ-4-メチルーチアゾールを用いて、製造例2と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより無色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDC1₃) δ : 0. 99 (t, 3H, J=7. 3Hz), 1. 68 (m, 2H), 2. 28 (d, 3H, J=1. 0Hz), 3. 09 (s, 3H), 3. 82 (m, 2H), 4. 36 (m, 1H), 6. 57 (d, 1H, J=1. 0Hz), 6. 75 (m, 1H), 7. 11 (m, 1H), 7. 13 (d, 2H,

J=8.9Hz), 7. 28 (m, 1H), 7. 93 (d, 2H, J=8.9Hz), 10. 8 (br, 1H)

ESI-MS (m/e) : 477 [M+H] +

製造例20

5

10 の調製

15

20

製造例20の化合物は、製造例1で得られた5-ヒドロキシ-3-(4-メチルチオフェノキシ)安息香酸メチルエステル、2-ヒドロキシ-1-メトキシープタン及び2-アミノ-4-(tertプチルジメチルシロキシメチル)ーチアゾールを用いて、製造例2と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより白色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDCI₃) δ : 1. 01 (t, 3H, J=7. 5Hz), 1. 76 (quintet, 2H, J=7. 5Hz), 3. 10 (s, 3H), 3. 40 (s, 3H), 3. 59 (m, 2H), 4. 43 (m, 1H), 4. 64 (s, 2H), 6. 89 (s, 1H), 6. 94 (m, 1H), 7. 18 (d, 2H, J=9. 0Hz), 7. 20 (m, 1H), 7. 40 (m, 1H), 7. 96 (d, 2H, J=9. 0Hz), 10. 0 (br, 1H) ESI-MS (m/e): 507 [M+H] +

製造例21

5-(2-アミノ-1-メチル-エトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェ ノキシ) -N-チアゾール-2-イル-ベンズアミドの調製

- 5 製造例21の化合物は、製造例1で得られた5-ヒドロキシ-3-(4-メチルチオフェノキシ)安息香酸メチルエステル、1-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)-2-ヒドロキシープロパン及び2-アミノチアゾールを用いて、製造例2と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより白色アモルファスとして得られた。
- ¹HNMR (CDC1₃) δ: 1. 30 (d, 3H, J=6. 0Hz), 2. 92 (d, 2H, J=6. 0Hz), 3. 09 (s, 3H), 4. 41 (sextet, 1H, J=6. 0Hz), 6. 86 (m, 1H), 6. 98 (d, 1H, J=3. 5Hz), 7. 14 (d, 2H, J=8. 9Hz), 7. 21 (d, 1H, J=3. 5Hz), 7. 25 (m, 1H), 7. 42 (m, 1H) 8. 87 (d, 2H, J=8. 9Hz)

ESI-MS (m/e):448 [M+H] + 製造例22

<u>5-(2-ジメチルアミノ-1-メチル-エトキシ)-3-(4-メタンスルホ</u> ニルフェノキシ)-N-チアゾール-2-イルーベンズアミドの調製

製造例22の化合物は、製造例1で得られた5-ヒドロキシ-3-(4-メチルチオフェノキシ)安息香酸メチルエステル、1-ジメチルアミノ-2-ヒドロキシプロパン及び2-アミノーチアゾールを用いて、製造例2と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより淡黄色油状物として得られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ: 1. 28 (d, 3H, J=6. 2Hz), 2. 3 10 0 (s, 6H), 2. 42 (dd, 1H, J=4. 4, 13. 0Hz), 2. 6 8 (dd, 1H, J=6. 2Hz, 13. 0Hz), 3. 09 (s, 3H), 4. 56 (dt, 1H, J=4. 5, 6. 2Hz), 6. 89 (m, 1H), 7. 0 0 (d, 1H, J=3. 6Hz), 7. 15 (d, 2H, J=8. 9Hz), 7. 22 (m, 1H), 7. 28 (d, 1H, 3. 6Hz), 7. 41 (m, 1H), 7. 93 (d, 2H, J=8. 9Hz), 11. 4 (br, 1H) ESI-MS (m/e): 476 [M+H] +

製造例23

20

<u>5-(2-ヒドロキシープロポキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)</u> -N-(4-メチル-チアゾール-2-イル)-ベンズアミドの調製

製造例 23 の化合物は、製造例 1 で得られた 5- ヒドロキシ-3- (4- メチルチオフェノキシ)安息香酸メチルエステル、 2- (tert-プチルジメチル

シロキシ) -1-ヒドロキシープロパン及び2-アミノー4-メチルチアゾールを用いて、製造例2と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより白色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ: 1. 28 (d, 3H, J=6. 4Hz), 2. 20 (d, 3H, J=1. 0Hz), 3. 08 (s, 3H), 3. 79 (m, 1H), 3. 93 (m, 1H), 4. 20 (m, 1H), 6. 57 (d, 1H, J=1. 0Hz), 6. 78 (m, 1H), 7. 09 (d, 2H, J=8. 9Hz), 7. 16 (m, 1H), 7. 25 (m, 1H), 7. 92 (d, 2H, J=8. 9Hz), 2), 11. 2 (br, 1H)

10 ESI-MS (m/e):463 [M+H] * 製造例24

20

15 $3 - (4 - \cancel{3} -$

製造例24の化合物は、製造例1で得られた5-ヒドロキシ-3-(4-メチルチオフェノキシ)安息香酸メチルエステル、1-ヒドロキシ-2-メトキシープロパン及び2-アミノ-4-メチルチアゾールを用いて、製造例2と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより無色油状物として得られた。

¹NMR (CDCl₃) δ : 1. 26 (d, 3H, J=6. 3Hz), 2. 22 (d, 3H, J=1. 1Hz), 3. 08 (s, 3H), 3. 43 (s, 3H), 3. 72 (m, 1H), 3. 93 (m, 2H), 6. 57 (d, 1H, J=1. 1H

z), 6. 86 (m, 1H), 7. 12 (d, 2H, J=8.6Hz), 7. 1 6 (m, 1H), 7. 29 (m, 1H), 7. 92 (d, 2H, J=8.6Hz), 10. 6 (br, 1H)

ESI-MS (m/e) : 477 [M+H] +

5 製造例25

10

15

20

4. 7Hz)

製造例25の化合物は、製造例1で得られた5-ヒドロキシー3-(4-メチルチオフェノキシ) 安息香酸メチルエステル、2-プロモプロパン及び2-アミノーチアゾロ[5,4-b] ピリジンを用いて、製造例1と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより淡黄色固体として得られた。

¹HNMR (CDC1₃) δ : 1. 37 (6H, d, J=6. 0Hz), 3. 09 (3H, s), 4. 59-4. 63 (1H, m), 6. 84 (1H, t, J=1. 8Hz), 7. 14 (2H, d, J=8. 9Hz), 7. 19 (1H, t, J=1. 8Hz), 7. 34 (1H, t, J=1. 8Hz), 7. 38 (1H, dd, J=4. 7, 8. 1Hz), 7. 92 (1H, dd, J=1. 5, 8. 1Hz), 7. 94 (2H, d, J=8. 9Hz), 8. 53 (1H, dd, J=1. 5,

ESI-MS (m/e) : 484 [M+H] +

製造例26

5 5-(2-ヒドロキシメチル-アリル)-3-(4-メタンスルホニルフェノキ シ) -N-チアゾール-2-イルーペンズアミドの調製

¹HNMR (CDCl₃) δ: 3. 08 (3H, s), 3. 49 (2H, s), 4. 06 (2H, s), 4. 91 (1H, s), 5. 19 (1H, s), 7. 00 (1H, d, J=3. 3Hz), 7. 11 (2H, d, J=9. 0Hz), 7. 13 (1H, d, J=3. 3Hz), 7. 20 (1H, s), 7. 55 (1H, s), 7. 67 (1H, s), 7. 92 (2H, d, J=9. 0Hz) ES I-MS (m/e): 445 [M+H] +

製造例27

10

15

5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ) -3-(4-メタンスルホニル フェノキシ) -N-チアゾロ <math>[5, 4-b] ピリジン-2-イル-ペンズアミド の調製

製造例27の化合物は、製造例1で得られた5-ヒドロキシ-3-(4-メチルチオフェノキシ) 安息香酸メチルエステル、1-(tert-ブチルジメチルシロキシ)-2-ヒドロキシプロパン及び2-アミノーチアゾロ[5,4-b] ピリジンを用いて、製造例2と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより淡黄色固体として得られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ : 1. 34 (6H, d, J=6. 2Hz), 3. 11 (3H, s), 3. 74 (2H, d, J=4. 6Hz), 4. 57-4. 62 (1H, m), 6. 92 (1H, t, J=1. 8Hz), 7. 19 (2H, d, J=8. 9Hz), 7. 36 (1H, t, J=1. 8Hz), 7. 43 (1H, dd,

J=4. 7, 8. 2Hz), 7. 49 (1H, t, J=1. 8Hz), 7. 94
(2H, d, J=8. 9Hz), 8. 03 (1H, dd, J=1. 4, 8. 2H
z), 8. 49 (1H, dd, J=1. 4, 4. 7Hz)

ESI-MS (m/e) : 484 [M+H] +

製造例28

15

5

<u>5-(3-ヒドロキシ-2-メチループロピル)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-チアゾール-2-イルーベンズアミドの調製</u>

¹HNMR (CDCl₃) δ: 0. 94 (6H, d, J=6. 7Hz), 1. 97 -2. 05 (1H, m), 2. 50-2. 94 (2H, m), 3. 08 (3H, s), 3. 50-3. 56 (2H, m), 7. 03 (1H, d, J=3. 5Hz), 7. 13 (2H, d, J=8. 8Hz), 7. 17 (1H, s), 7. 42 (1H, d, J=3. 5Hz), 7. 52 (1H, s), 7. 63 (1H, s), 7.

93 (2H, d, J=8.8Hz)

ESI-MS (m/e) : 447 [M+H] +

製造例29

5

10

15

20

3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-(4-メチルーチアゾール-2 -イル)-5-(ピペリジン-4-イルーオキシ)-ベンズアミド塩酸塩の調製

製造例29の化合物は、製造例1で得られた5-ヒドロキシー3-(4-メチルチオフェノキシ)安息香酸メチルエステル、1-(tert-ブトキシカルボニル)-4-ヒドロキシーピペリジン及び2-アミノ-4-メチルーチアゾールを用いて、製造例2と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより白色結晶として得られた。

¹HNMR (CD₃OD) δ : 1. 93 (m, 2H), 2. 11 (m, 2H), 2. 31 (s, 3H), 2. 99 (s, 3H), 3. 13 (m, 2H), 3. 30 (m, 2H), 4. 75 (m, 1H), 6. 89 (s, 1H), 7. 11 (m, 2H, J=8. 9Hz), 7. 27 (m, 1H), 7. 52 (m, 1H), 7. 84 (d, 2H, J=8. 9Hz)

製造例30

5-(1-アセチル-ピペリジン-4-イルオキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-(4-メチルーチアゾール-2-イル)-ベンズアミドの調製

製造例30の化合物は、製造例1で得られた5-ヒドロキシ-3-(4-メチルチオフェノキシ)安息香酸メチルエステル、1-アセチル-4-ヒドロキシーピペリジン及び2-アミノ-4-チアゾールを用いて、製造例2と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより白色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ : 1. 80 (m, 3H), 2. 20-2. 00 (m, 2H), 2. 14 (s, 3H), 2. 51 (s, 3H), 3. 10 (s, 3H), 3. 50 (m, 1H), 3. 75 (m, 1H), 4. 01 (m, 1H), 4. 84 (m, 1H), ·6. 71 (s, 1H), 6. 92 (m, 1H), 7. 18 (d, 2H, J=8. 9Hz), 7. 43 (m, 1H), 7. 76 (m, 1H), 7. 96 (d, 2H, J=8. 9Hz)

15 ESI-MS (m/e):530 [M+H] + 製造例31

20 2-[3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-(4-メチルーチアゾー ル-2-イルーカルバモイル) -フェノキシ] プロピオン酸の調製

製造例31の化合物は、製造例1で得られた5-ヒドロキシ-3-(4-メチルチオフェノキシ)安息香酸メチルエステル、2-プロモプロピオン酸tert プチルエステル及び2-アミノ-4-メチル-チアゾールを用いて、製造例1と 同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより白色結晶として得られた。なお、本化合物の製造に際して、カルボキシル基の保護基である tertーブチル基の除去は、文献記載の方法(例えばプロテクティブグループス イン オーガニック シンセシス(Protective Groups in Organic Synthesis)、T.W.Green著、第2版、John Wiley&Sons社、1991年、等)、それに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより行うことができる。

¹HNMR (DMSO-d₆) δ : 1. 53 (d, 3H, J=6.8Hz), 2. 28 (s, 3H), 3. 27 (s, 3H), 5. 03 (septet, 1H, J 10 = 6.8Hz), 6.82 (m, 1H), 6.94 (m, 1H), 7.25 (d, 2H, J=8.8Hz), 7.42 (m, 1H), 7.50 (m, 1H), 7. 95 (d, 2H, J=8.8Hz)

ESI-MS (m/e):477 [M+H] + 製造例32

15

5

<u>5-(3-ヒドロキシ-1-メチループロポキシ)-3-(4-メタンスルホニ</u>ルフェノキシ)-N-チアゾール-2-イルーペンズアミドの調製

20 製造例32の化合物は、製造例1で得られた5-ヒドロキシ-3-(4-メチルチオフェノキシ)安息香酸メチルエステル、1-(tert-プチルジメチルシロキシ-3-ヒドロキシブタン及び2-アミノチアゾールを用いて、製造例2と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより白色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ: 1. 35 (d, 3H, J=6. 0Hz), 1. 83 (m, 1H), 2. 00 (m, 1H), 3. 08 (s, 3H), 3. 78 (m, 2H), 4. 65 (m, 1H), 6. 86 (m, 1H), 6. 98 (m, 1H, J=3. 5Hz), 7. 13 (d, 2H, J=8. 8Hz), 7. 21 (d, 1H, J=3. 5Hz), 7. 23 (m, 1H), 7. 45 (m, 1H,), 7. 91 (d, 2H, J=8. 8Hz), 12. 1 (br, 1H) ESI-MS (m/e): 463 [M+H] †

H₃C_NO_{CH₃}O_{CH₃}O_{CH₃}

10

15

20

3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-(1-メチルカルバモイルーエトキシ)-N-(4-メチルーチアゾール-2-イル)-ペンズアミドの調製

製造例 3 3 の化合物は、製造例 3 1 で得られた 2-[3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -5-(4-メチルーチアゾールー2-イルーカルバモイル) -フェノキシ] プロピオン酸とメチルアミンとを反応させることにより白色アモルファスとして得られた。製造例 <math>3 1 で得られた該化合物とメチルアミンとの反応は、アミド結合形成反応であり、文献記載の方法(例えば、ペプチド合成の基礎と実験、泉屋信夫他、丸善、1 9 8 3 年、コンプリヘンシブ オーガニック シンセシス(Comprehensive Organic Synthesis)、第6巻、Pergamon Press社、1 9 9 1 年、等)、それに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより行うことができる。

¹HNMR (CDCl₃) δ : 1. 59 (s, 3H), 2. 26 (s, 3H), 2.

86 (d, 3H, J=4. 7Hz), 3.10 (s, 3H), 4.73 (q, 1

139

H, J=6.6Hz), 6.47 (br, 1H), 6.57 (m, 1H), 6.83 (m, 1H), 7.12 (d, 2H, J=8.8Hz), 7.22 (m, 1H), 7.31 (m, 1H), 7.93 (d, 2H, J=8.8Hz), 11.0 (br, 1H)

5 ESI-MS (m/e):490 [M+H] + 製造例34

15

20

ヒドロキシ基からアミノ基への変換反応は、ヒドロキシ基をメシル基に変換した後、該メシル体とアジ化ナトリウムとを反応させてアジド体とした後に、トリフェニルホスフィン等によりアジド基を還元することにより行うことができる。該変換反応は、コンプリヘンシブ オーガニック トランスフォーメーションズ(Comprehensive Organic Transformations)、Richard C. Larock著 第2版、John Wiley&Sons社、1999年、等)に記載の方法、それに準じた方法又はこれらと常

法とを組み合わせることにより行うことができる。

また、3-(2-アミノ-1-メチル-エトキシ)-5-(4-メタンスルホニル-フェノキシ)-N-チアゾール-2-イルーベンズアミドと酢酸との反応は、アミド結合形成反応であり、工程1や他の工程で用いられるアミド結合形成反応と同様の方法、それに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより行うことができる。

¹HNMR (CDC1₃) δ : 1. 33 (d, 3H, J=6. 0Hz), 2. 03 (s, 3H), 3. 10 (s, 3H), 3. 49 (t, 2H, J=5. 8Hz), 4. 56 (sextet, 1H, J=6. 0Hz), 5. 98 (t, 1H, J=10 5. 8Hz), 6. 87 (m, 1H), 7. 00 (d, 1H, J=3. 6Hz), 7. 15 (d, 2H, J=8. 7Hz), 7. 28 (m, 2H), 7. 54 (m, 1H), 7. 94 (d, 2H, J=8. 7Hz), 11. 9 (br, 1H) ESI-MS (m/e): 490 [M+H] +

製造例35

15

N-[4-(1-ヒドロキシーエチル) -チアゾール-2-イル] -5-イソプ ロポキシ-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -ベンズアミドの調製

20 製造例 3 5 の化合物は、製造例 1 で得られた 5 ーヒドロキシー 3 ー (4 ーメチルチオフェノキシ) 安息香酸メチルエステル、2 ープロモプロパン及び2 ーアミノー4 ー (1 ー t e r t プチルジメチルシロキシーエチル) ーチアゾールを用いて、製造例 1 と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより白色固体として得られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ : 1. 38 (6H, d, J=6. 0Hz), 1. 55 -1. 60 (3H, br), 3. 08 (3H, s), 4. 63 (1H, quin t, J=6. 0Hz), 4. 90 (1H, q, J=6. 6Hz), 6. 79-6. 85 (2H, m), 7. 16 (2H, d, J=8. 8Hz), 7. 20 (1H, br), 7. 36 (1H, br), 7. 94 (2H, d, J=8. 8Hz) ESI-MS (m/e): 477 [M+H] ⁺

製造例36

10

15

<u>5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-3-(4-メタンスルホニル</u>フェノキシ)-N-ピリジン-2-イルーペンズアミドの調製

製造例36の化合物は、製造例1で得られた5-ヒドロキシ-3-(4-メチルチオフェノキシ)安息香酸メチルエステル、1-(tert-ブチルジメチルシロキシ)-2-ヒドロキシプロパン及び2-アミノピリジンを用いて、製造例2と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより白色結晶として得られた。

¹HNMR (CDC1₃) δ: 1. 32 (3H, d, J=3. 2Hz), 3. 08 (3H, s), 3. 76-3. 79 (2H, m), 4. 57-4. 63 (1H, m), 6. 48 (1H, t, J=2. 0Hz), 7. 13-7. 17 (1H, m), 7. 15 (2H, d, J=8. 8Hz), 7. 18 (1H, d, J=2. 0Hz), 7. 35 (1H, d, J=2. 0Hz), 7. 76 (1H, ddd, J=1. 6, 5. 1, 8. 4Hz), 7. 93 (2H, d, J=8. 8Hz), 8. 30 (1H, d, J=5. 1Hz), 8. 34 (1H, d, J=8. 4Hz)

ESI-MS (m/e):443 [M+H] + 製造例37

5 - (2 - ヒドロキシ-エトキシ) - 3 - (4 - メタンスルホニルフェノキシ)- N - チアゾール - 2 - イルーベンズアミドの調製

製造例37の化合物は、製造例1で得られた5-ヒドロキシ-3-(4-メチルチオフェノキシ)安息香酸メチルエステル、1-(tert-ジメチルブチルシロキシ)-2-ヒドロキシエタン及び2-アミノチアゾールを用いて、製造例2と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより白色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDC1₃) δ : 3. 10 (s, 3H), 4. 01 (t, 2H, J=4.5Hz), 4. 14 (t, 2H, J=4.5Hz), 6. 87 (m, 1H), 7. 02 (d, 1H, J=3.0Hz), 7. 16 (d, 2H, J=8.4Hz),

15 7. 30 (m, 2H), 7. 38 (m, 1H), 7. 95 (d, 2H, J=8. 4Hz), 11. 3 (br, 1H)

ESI-MS (m/e) : 435 [M+H] +

製造例38

10

<u>5-(2-ヒドロキシーシクロペンチルオキシ)-3-(4-メタンスルホニル</u>フェノキシ)-N-チアゾール-2-イル-ベンズアミドの調製

5 製造例38の化合物は、製造例1で得られた5-ヒドロキシ-3-(4-メチルチオフェノキシ)安息香酸メチルエステル、1-(tert-ブチルジフェニルシロキシ)-2-ヒドロキシシクロペンタン及び2-アミノチアゾールを用いて、製造例2と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより淡黄色油状物として得られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ: 1. 62-2. 08 (6H, m), 3. 08 (3H, s), 4. 24-4. 30 (1H, m), 4. 55-4. 60 (1H, m), 6. 87 (1H, t, J=2. 0Hz), 7. 00 (1H, d, J=3. 6Hz), 7. 14 (2H, d, J=8. 8Hz), 7. 25 (1H, t, J=2. 0Hz), 7. 25 (1H, d, J=3. 6Hz), 7. 40 (1H, t, J=2. 0Hz), 7. 93 (2H, d, J=8. 8Hz)

ESI-MS (m/e) : 475 [M+H] +

N-(4-アセチルーチアゾールー2-イル)-5-(2-ヒドロキシー1-メ チルーエトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-ベンズアミドの 調製

5 製造例39の化合物は、製造例1で得られた5-ヒドロキシ-3-(4-メチルチオフェノキシ)安息香酸メチルエステル、1-(tert-ブチルジメチルシロキシ)-2-ヒドロキシプロパン及び4-アセチル-2-アミノーチアゾールを用いて、製造例2と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより白色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ: 1. 32 (3H, d, J=6. 2Hz), 2. 58 (3H, s), 3. 10 (3H, s), 3. 80 (2H, d, J=5. 2Hz), 4. 63 (1H, q, J=5. 6Hz), 6. 81-6. 89 (1H, m), 7. 12-7. 19 (3H, m), 7. 38 (1H, br), 7. 83 (1H, d, J=2. 0Hz), 7. 95 (2H, dd, J=8. 9Hz)

15 ESI-MS(m/e):491 [M+H] + 製造例40

20 5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-N-(4-ヒドロキシメチル-チァゾール-2-イル)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-ベンズアミドの調製

製造例 40 の化合物は、製造例 1 で得られた 5- ヒドロキシー 3- (4- メチルチオフェノキシ) 安息香酸メチルエステル、1- (tert-プチルジメチル

ŧ

シロキシ)-2-ヒドロキシプロパン及び2-アミノ-4-tertブチルジメチルシロキシメチルチアゾールを用いて、製造例2と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより白色固体として得られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ : 1. 31 (3H, d, J=6. 2Hz), 3. 09 (3H, s), 3. 75-3. 80 (2H, m), 4. 55-4. 66 (3H, m), 6. 83-6. 86 (1H, m), 6. 88 (1H, s), 7. 12-7. 20 (3H, m), 7. 33-7. 36 (1H, m), 7. 94 (2H, d, J=8. 6Hz)

ESI-MS (m/e) : 479 [M+H] +

10 製造例41

5

N-[4-(1-ヒドロキシーエチル)-チアゾール-2-イル]-5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)

15 <u>-ベンズアミドの調製</u>

20

25

製造例41の化合物は、製造例1で得られた5-ヒドロキシ-3-(4-メチルチオフェノキシ)安息香酸メチルエステル、1-(tert-ブチルジメチルシロキシ)-2-ヒドロキシプロパン及び2-アミノ-4-(1-tertブチルジメチルシロキシーエチル)チアゾールを用いて、製造例2と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより淡黄色油状物として得られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ : 1. 31 (3H, d, J=6. 2Hz), 1. 49 (3H, d, J=6. 5Hz), 3. 12 (3H, s), 3. 68 (2H, d, J=5. 0Hz), 4. 60 (1H, q, J=6. 2Hz), 4. 80-4. 9 0 (1H, m), 6. 94 (1H, s), 6. 96-6. 99 (1H, m), 7.

23 (2H, d, J=8.9Hz), 7. 29-7. 32 (1H, m), 7. 4 7-7. 50 (1H, m), 7. 89 (1H, s), 7. 96 (2H, d, J=8.9Hz)

ESI-MS (m/e) : 493 [M+H] +

5 製造例42

3-(3-フルオロ-4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-(2-ヒドロキ シー1-メチル-エトキシ) - N - チアゾール-2-イルーベンズアミドの調製 10 5-ヒドロキシー3-メトキシメトキシ安息香酸メチルエステル9.00g(0. 43mol) のピリジン溶液 (50.0ml) に1-ブロモ-2-フルオロ-4 -ヨードベンゼン20.4g(0.68mol)、炭酸セシウム20.8g(0. 64mol) 及び酸化銅(II) 5.07g(0.64mol) を加えた後、窒 素雰囲気下、130度で8時間攪拌した。反応液を濾過した後、減圧濃縮し、得 15 られた残渣に酢酸エチルエステル及び飽和塩化アンモニウム水溶液を添加し、有 機層を飽和食塩水溶液で洗浄し、乾燥後、減圧下に濃縮した。得られた残渣をシ リカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチルエステル=9:1) により精製し、3-(4-プロモ-3-フルオロ-フェノキシ)-5-メトキシ メトキシ安息香酸メチルエステル10.6g(収率:65%)を黄色油状物とし 20 て得た。

得られたエステル体357mg(0.93mmol)のジメチルスルホキシド溶液(6.0ml)にメタンスルフィン酸ナトリウム757mg(7.41mmol)及びヨウ化銅1.41g(7.41mmol)を加えた後、反応液を12

0度で6時間撹拌した。反応液に塩化ナトリウム水-アンモニア水(9:1)を添加し、酢酸エチルエステルで抽出し、有機層を飽和食塩水溶液で洗浄し、乾燥後、減圧下に濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチルエステル=2:1)により精製し、3-(3-フルオロ-4-メタンスルホニル-フェノキシ)-5-メトキシメトキシ安息香酸メチルエステル170mg(収率:48%)を無色油状物として得た。

得られたエステル体 3. 3 4 g (8. 6 9 mm o 1) の塩化メチレン溶液 (6 0. 0 m 1) に、トリフルオロ酢酸 3 0. 0 m 1 を加え、反応液を室温で 2 時間 攪拌した。反応液を減圧濃縮し、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラ フィー (ヘキサン:酢酸エチルエステル=3:7) により精製し、3 - (3-フルオロ-4-メタンスルホニルーフェノキシ) - 5-ヒドロキシ安息香酸メチルエステル 2. 5 9 g (収率:88%) を無色油状物として得た。

得られたフェノール体 7 7. 5 mg (0.2 3 mmo 1) のテトラヒドロフラン溶液 (1.0 ml) に (2 R) -1-(t-プチルジメチルシロキシ)-2-ヒドロキシプロパン8 7.0 mg (0.46 mmo 1) 及びトリフェニルホスフィン119 mg (0.46 mmo 1) 加えた後、ジエチルアゾジカルボキシレートの40%トルエン溶液 0.25 ml (0.57 mmo 1) を加え、室温で一晩攪拌した。反応液を減圧下に濃縮し、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン:酢酸エチルエステル=2:1) により精製し、5ー((1 S) <math>-2-(t-プチルジメチルシロキシ)-1-メチルーエトキシ)-3-(3-フルオロ-4-メタンスルホニルーフェノキシ)-安息香酸メチルエステル80.0 mg (収率:69%)を無色油状物として得た。

15

20

製造例42の化合物は、得られた5-((1S)-2-(t-プチルジメチルシロキシ)-1-メチルーエトキシ)-3-(3-フルオロ-4-メタンスルホ25 ニルーフェノキシ)-安息香酸メチルエステル及び2-アミノーチアゾールを用いて、製造例2と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより無色油状物として得られた。

 1 HNMR (CDCl₃) δ : 1. 32 (3H, d, J=6. 3Hz), 3. 23 (3H, s), 3. 78-3. 80 (2H, m), 4. 56-4. 61 (1H,

m), 6. 83-6. 94 (3H, m), 7. 01 (1H, d, J=3. 5Hz), 7. 23 (1H, t, J=1. 8Hz), 7. 37 (1H, d, J=3. 5Hz), 7. 41 (1H, t, J=1. 8Hz), 7. 94 (1H, t, J=8. 2Hz) ESI-MS (m/e): 467 [M+H] +

5 製造例43

10

15

20

5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ) -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -N-(5-メチル-チアゾール-2-イル) ベンズアミドの調製

製造例43の化合物は、製造例1で得られた5-ヒドロキシ-3-(4-メチルチオフェノキシ)安息香酸メチルエステル、1-(tert-ブチルジメチルシロキシ)-2-ヒドロキシプロパン及び2-アミノ-5-メチルチアゾールを用いて、製造例2と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより淡黄色油状物として得られた。

¹HNMR (CDC1₃) δ : 1. 29 (3H, d, J=6. 2Hz), 2. 37 (3H, s), 3. 08 (2H, s), 3. 69-3. 76 (2H, m), 4. 52-4. 57 (1H, m), 6. 82 (1H, t, J=2. 0Hz), 6. 8 (1H, s), 7. 12 (2H, d, J=8. 8Hz), 7. 20 (1H, d, J=2. 0Hz), 7. 35 (1H, d, J=2. 0Hz), 7. 92 (2H, d, J=8. 8Hz)

ESI-MS (m/e) : 463 [M+H] +

5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ) -3-(4-メタンスルホニル フェノキシ) -N-([1, 2, 4] チアジアゾール-5-イル) -ベンズアミドの調製

- 5 製造例44の化合物は、製造例1で得られた5-ヒドロキシ-3-(4-メチルチオフェノキシ)安息香酸メチルエステル、1-(tert-ブチルジメチルシロキシ)-2-ヒドロキシプロパン及び5-アミノ-1,2,4-チアジアゾールを用いて、製造例2と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより淡黄色油状物として得られた。
- 10 ¹HNMR (CDCl₃) δ: 1. 30 (3H, d, J=6. 2Hz), 3. 12 (3H, s), 3. 68 (2H, d, J=5. 1Hz), 4. 58-4. 85 (1 H, m), 7. 00 (1H, s), 7. 23 (2H, d, J=8. 9Hz), 7. 37 (1H, s), 7. 56 (1H, s), 7. 95 (2H, d, J=8. 9Hz), 8. 37 (1H, s)
- 15 ESI-MS(m/e):450 [M+H] + 製造例45

N-(4-ヒドロキシメチルーチアゾール-2-イル) -3-(4-メタンスル ホニルフェノキシ) -5-(2-メトキシ-1-メチルーエトキシ) -ベンズア ミドの調製

製造例45の化合物は、製造例1で得られた5-ヒドロキシ-3-(4-メチルチオフェノキシ) 安息香酸メチルエステル、2-ヒドロキシ-1-メトキシプロパン及び2-アミノ-4-tertブチルジメチルシロキシメチルチアゾールを用いて、製造例2と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより無色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDC1₃) δ: 1. 35 (3H, d, J=6. 3Hz), 3. 0 9 (3H, s), 3. 41 (3H, s), 3. 49-3. 64 (2H, m), 4. 58-4.67 (3H, m), 6. 87-6.92 (2H, m), 7. 13-7.20 (3H, m), 7. 35-7. 38 (1H, br), 7. 94 (2H, d, J=8.8Hz)

ESI-MS (m/e) : 493 [M+H] +

15 製造例 4 6

20

5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-(5-メトキシカルボニル-ピリジン-2-イル)-ベンズアミドの調製

製造例 46 の化合物は、製造例 1 で得られた 5- ヒドロキシ-3- (4- メチルチオフェノキシ) 安息香酸メチルエステル、1- (tert-ブチルジメチルシロキシ) -2- ヒドロキシプロパン及び 2- アミノ-5- メトキシカルボニル

-ピリジンを用いて、製造例2と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより白色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ : 1. 34 (d, 3H, J=6. 0Hz), 3. 10 (s, 3H), 3. 80 (m, 2H), 3. 96 (s, 3H), 4. 61 (m, 1H), 6. 80 (m, 1H), 7. 16 (d, 2H, J=8. 8Hz), 7. 20 (m, 1H), 7. 37 (m, 1H), 7. 94 (d, 2H, J=8. 8Hz), 8. 33-8. 46 (m, 2H), 8. 80 (br, 1H), 8. 93 (m, 1H)

ESI-MS (m/e) : 501 [M+H] +

10 製造例47

20

<u>6-[5-イソプロポキシ-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-ベンゾ</u> 15 イルアミノ]ニコチン酸の調製

製造例47の化合物は、製造例1で得られた5-ヒドロキシ-3-(4-メチルチオフェノキシ)安息香酸メチルエステル、1-(tert-プチルジメチルシロキシ)-2-ヒドロキシプロパン及び6-アミノーニコチン酸を用いて、製造例2と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより白色固体として得られた。

¹HNMR (DMSO-d₆) δ : 1. 29 (d, 6H, J=6.0Hz), 3. 20 (s, 3H), 4. 76 (septet, 1H, J=6.0Hz), 6. 9 4 (m, 1H), 7. 23 (d, 2H, J=8.8Hz), 7. 33 (m, 1H), 7. 49 (m, 1H), 7. 94 (d, 2H, J=8.8Hz), 8. 29 (m, 2H), 8. 87 (m, 1H), 11. 2 (s, 1H)

ESI-MS (m/e) : 471 [M+H] +

製造例48

5

<u>5-(2-ヒドロキシ-1-メチループロポキシ)-3-(4-メタンスルホニ</u>ルフェノキシ)-N-チアゾール-2-イルーベンズアミドの調製

10 製造例48の化合物は、製造例1で得られた5-ヒドロキシ-3-(4-メチルチオフェノキシ)安息香酸メチルエステル、2-(tert-ブチルジメチルシロキシ-3-ヒドロキシ)ブタン及び2-アミノチアゾールを用いて、製造例2と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより淡黄色油状物として得られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ: 1. 25 (s, 3H, J=6. 2Hz), 1. 28 (s, 3H, J=6. 2Hz), 3. 08 (s, 3H), 3. 87 (m, 1H), 4. 22 (m, 1H), 6. 85 (m, 1H), 6. 99 (m, 1H), 7. 1 3 (d, 2H, J=8. 8Hz), 7. 23 (m, 2H), 7. 38 (m, 1H), 7. 92 (d, 2H, J=8. 8Hz), 12, 0 (br, 1H)

20 ESI-MS (m/e): 463 [M+H] +

<u>5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-N-(イソキサゾール-3-</u> イル)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-ベンズアミドの調製

5 製造例49の化合物は、製造例1で得られた5-ヒドロキシー3-(4-メチルチオフェノキシ)安息香酸メチルエステル、1-(tert-ブチルジメチルシロキシ)-2-ヒドロキシプロパン及び3-アミノオキサゾールを用いて、製造例2と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより白色アモルファスとして得られた。

10 ¹HNMR (CDCl₃) δ: 1. 32 (d, 3H, J=6.0Hz), 2. 04 (br, 1H), 3. 08 (s, 3H), 3. 77 (m, 2H), 4. 60 (m, 1H), 6. 87 (m, 1H), 7. 15 (d, 2H, J=8.8Hz), 7. 19 (m, 2H), 7. 35 (m, 1H), 7. 94 (d, 2H, J=8.8Hz), 8. 30 (d, 1H, J=1.6Hz), 9. 24 (br, 1H)

15 ESI-MS (m/e): 433 [M+H] +

N-(5-ヒドロキシメチル-チアゾール-2-イル)-5-イソプロポキシー 3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-ペンズアミドの調製

製造例50の化合物は、製造例1で得られた5-ヒドロキシー3-(4-メチ ルチオフェノキシ) 安息香酸メチルエステル、2-プロモプロパン及び2-アミ 5 ノー5ーホルミルチアゾールを用いて、製造例1と同様の方法、これに準じた方 法又はこれらと常法とを組み合わせることにより淡黄色油状物として得られた。 ¹HNMR (CDC1₃) δ : 1. 36 (d, 6H, J=6.0Hz), 3. 0 8 (s, 3H), 4.59 (septet, 1H, J=6.0Hz), 4.79(s, 2H), 6.82(s, 1H), 7.14(d, 2H, J=8.4Hz),7. 13-1. 18 (m, 2H), 7. 31 (s, 1H), 7. 92 (d, 2H, 10 J = 8.4 Hz), 11.2 (br. 1H) ESI-MS (m/e) : 463 [M+H] +

製造例51

15

N - [4 - (1 - EFD + v - EFD) - FFV - v - 2 - IV] - 3 - (4 - EFD)メタンスルホニルフェノキシ) -5-(2-メトキシ-1-メチル-エトキシ) ーベンズアミドの調製

製造例51の化合物は、製造例1で得られた5-ヒドロキシー3-(4-メチ 20 ルチオフェノキシ)安息香酸メチルエステル、1-メトキシ-2-ヒドロキシ-プロパン及び2-アミノー4-(1-tertブチルジメチルシロキシエチル)チアゾールを用いて、製造例2と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常 法とを組み合わせることにより無色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ : 1. 35 (3H, d, J=6. 3Hz), 1. 55 25

(3H, d, J=6.3Hz), 3. 08 (3H, s), 3. 41 (3H, s), 3. 49-3. 64 (2H, m), 4. 59-4. 70 (1H, m), 4. 90 (1H, q, J=6.3Hz), 6. 80 (1H, brs), 6. 90 (1H, br), 7. 16 (2H, d, J=8.9Hz), 7. 23-7. 26 (1H, br), 7. 42 (1H, brs), 7. 94 (2H, d, J=8.9Hz) ESI-MS (m/e): 507 [M+H] +

製造例52

10

15

N-(4-ヒドロキシメチルーチアゾール-2-イル)-3-(4-メタンスル ホニルフェノキシ)-5-(テトラヒドロフラン-3-イルーオキシ)-ベンズ アミドの調製

製造例52の化合物は、製造例1で得られた5-ヒドロキシ-3-(4-メチルチオフェノキシ)安息香酸メチルエステル、3-ヒドロキシーテトラヒドロフラン及び2-アミノ-4-tertプチルジメチルシロキシメチルチアゾールを用いて、製造例2と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより無色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ: 2. 10-2. 36 (2H, m), 3. 09 (3H, s), 3. 39-4. 07 (4H, m), 4. 66 (2H, s), 4. 96-5. 05 (1H, m), 6. 84 (1H, t. J=2. 0Hz), 7. 15-7. 2 0 (3H, m), 7. 30 (1H, br), 7. 96 (2H, d, J=8. 8Hz)

ESI-MS (m/e) : 491 [M+H] +

製造例53

5 5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -N-(2-メチルチアゾール-4-イル) -ベンズアミドの調製

製造例53の化合物は、製造例1で得られた5-ヒドロキシー3-(4-メチルチオフェノキシ) 安息香酸メチルエステル、1-(tert-ブチルジメチルシロキシ)-2-ヒドロキシプロパン及び4-アミノー2-メチルチアゾールを用いて、製造例2と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合

わせることにより白色アモルファスとして得られた。 1 HNMR(CDCl $_{3}$) δ : 1.32(d,3H,J=6.0Hz),2.3

1 (br, 1H), 2. 66 (s, 3H), 3. 09 (s, 3H), 3. 78 (m, 2H), 4. 59 (m, 1H), 7. 13-7. 16 (m, 1H), 7. 15 (d,

15 2H, J=8.8Hz), 7.32 (m, 1H), 7.60 (s, 1H), 7. 94 (d, 2H, J=8.8Hz), 8.90 (br, 1H)

ESI-MS (m/e) : 463 [M+H] +

製造例54

10

20

5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ) -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -N-(4-メトキシメチルーチアゾールー2-イル) -ベンズアミドの調製

5 製造例 5 4 の化合物は、製造例 1 で得られた 5 ーヒドロキシー 3 ー (4 ーメチルチオフェノキシ) 安息香酸メチルエステル、1 ー (tertーブチルジメチルシロキシ) -2 ーヒドロキシプロパン及び 2 ーアミノー 4 ーメトキシメチルチアゾールを用いて、製造例 2 と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより白色アモルファスとして得られた。

10 ¹HNMR (CDC1₃) δ: 1. 31 (d, 3H, J=6. 0Hz), 3. 0 9 (s, 3H), 3. 42 (s, 3H), 3. 78 (m, 2H), 4. 44 (m, 2H), 4. 57 (m, 1H), 6. 86 (m, 1H), 6, 91 (s, 1H), 7. 10-7. 26 (m, 3H), 7. 31 (m, 1H), 7. 97 (d, 2H, J=8. 9Hz), 9. 67 (br, 1H)

15 ESI-MS (m/e):493 [M+H] + 製造例55

N-[4-(1-ヒドロキシーエチル) -チアゾール-2-イル] -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -5-(2-メトキシ-1-メチルーエトキシ)-ベンズアミド(製造例51のジアステレオ異性体)の調製

製造例55の化合物は、製造例1で得られた5-ヒドロキシ-3-(4-メチルチオフェノキシ)安息香酸メチルエステル、2-ヒドロキシ-1-メトキシプロパン及び2-アミノ-4-(1-tertプチルジメチルシロキシエチル)チ

アゾールを用いて、製造例 2 と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法 とを組み合わせることにより無色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDC1₃) δ: 1. 35 (3H, d, J=6. 3Hz), 1. 55 (3H, d, J=6. 3Hz), 3. 08 (3H, s), 3. 41 (3H, s), 3. 49-3. 64 (2H, m), 4. 59-4. 70 (1H, m), 4. 90 (1H, q, J=6. 3Hz), 6. 80 (1H, brs), 6. 90 (1H, br), 7. 16 (2H, d, J=8. 9Hz), 7. 23-7. 26 (1H, br), 7. 42 (1H, brs), 7. 94 (2H, d, J=8. 9Hz) ESI-MS (m/e): 507 [M+H] +

10 製造例 5 6

20

25

N- [4-(1-ヒドロキシーエチル)-チアゾール-2-イル]-3-(4-15) メタンスルホニルフェノキシ) -5-(テトラヒドロフラン-3-イルーオキシ) -ベンズアミドの調製

製造例56の化合物は、製造例1で得られた5-ヒドロキシー3-(4-メチルチオフェノキシ)安息香酸メチルエステル、3-ヒドロキシテトラヒドロフラン及び2-アミノー4-(1-tertブチルジメチルシロキシエチル)チアゾールを用いて、製造例2と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより白色固体として得られた。

¹HNMR (CDC1₃) δ : 2. 10-2. 36 (2H, m), 0. 39 (3H, s), 3. 89-4. 07 (4H, m), 4. 85-4. 95 (1H, m), 4. 97-5. 04 (1H, m), 6. 81-6. 85 (2H, m), 7. 16 (2H, d, J=8. 7Hz), 7. 23 (1H, brs), 7. 34 (1H, br

s), 7.96 (2H, d, J=8.7Hz) ESI-MS (m/e):505 [M+H] + 製造例57

N- [4-(1-ヒドロキシーエチル) -チアゾール-2-イル] -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -5-(テトラヒドロフラン-3-イルーオキシ) -ベンズアミド(製造例 5 6 のジアステレオ異性体) の調製

10 製造例57の化合物は、製造例56と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより白色固体として得られた。

 1 HNMR (CDCl₃) δ : 2. 10-2. 35 (2H, m), 3. 09 (3H,

s), 3.89-4.06 (4H, m), 4.86-4.95 (1H, m), 4.

97-5.05 (1H, m), 6.81-6.85 (2H, m), 7.16 (2

15 H, d, J=8.7Hz), 7. 22 (1H, brs), 7. 34 (1H, br

s), 7. 96 (2H, d, J = 8.7 Hz)

ESI-MS (m/e) : 505 [M+H] +

N-(2, 5-i)メチルチアゾール-4-iイル) -5-(2-i)レーコーシー 1- メチルーエトキシ) -3-(4-i) タンスルホニルフェノキシ) -4ンズアミド

5 の調製

10

15

製造例58の化合物は、製造例1で得られた5-ヒドロキシ-3-(4-メチルチオフェノキシ) 安息香酸メチルエステル、1-(tert-ブチルジメチルシロキシ)-2-ヒドロキシプロパン及び4-アミノ-2,5-ジメチルチアゾールを用いて、製造例2と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより淡黄色油状物として得られた。

¹HNMR (CDC1₃) δ : 1. 28 (d, 3H, J=6. 0Hz), 2. 32 (s, 3H), 2. 56 (s, 3H), 3. 07 (s, 3H), 3. 72 (m, 2H), 4. 53 (m, 1H), 6. 79 (t, 1H, J=2. 0Hz), 7. 08 (dd, 2H, J=2. 0, 6. 8Hz), 7. 18 (s, 1H), 7. 3 2 (s, 1H), 7. 89 (dd, 2H, J=2. 0, 6. 8Hz), 8. 6 7 (br. 1H)

ESI-MS (m/e): 477 [M+H] +

5

10

15

20

<u>5-イソプロポキシー3-(4-メトキシカルボニルアミノメチルフェノキシ)</u> -N-チアゾール-2-イルーベンズアミドの調製

3,5-ジヒドロキシ安息香酸メチルエステル25.0g(0.15mol)、のN,N-ジメチルホルムアミド溶液(250ml)に炭酸カリウム41.0g(0.30mmol)及び2-プロモプロパン23.8g(0.19mmol)を加えた後、反応液を80度で4時間撹拌した。反応液に水を添加し、酢酸エチルエステルで抽出し、有機層を飽和食塩水溶液で洗浄し、乾燥後、減圧下に濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチルエステル=5:1)により精製し、5-ヒドロキシ-3-イソプロポキシ安息香酸メチルエステル12.0g(収率:38%)を無色油状物として得た。

得られたフェノール体700mg(3.30mmol)の塩化メチレン溶液(30ml)にモレキュラーシーブズ4A1.05g、pーホルミルフェニルホウ酸1.00g(6.70mol)、酢酸銅(II)605mg(3.30mol)及びトリエチルアミン2.32ml(16.6mol)を加えた後、酸素雰囲気下、室温で一晩攪拌した。反応液を濾過した後、減圧濃縮し、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチルエステル=5:1)により精製し、3-(4-ホルミルフェノキシ)-5-イソプロポキシ安息香酸メチルエステル593mg(収率:57%)を無色油状物として得た。

得られたホルミル体590mg(1.88mmol)のメタノール溶液(20ml)に水素化ホウ素ナトリウム85.0mg(2.25mmol)を加えた後、反応液を室温で16時間撹拌した。反応液を濃縮後、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を添加し、クロロホルムで抽出し、有機層を乾燥後、減圧下に濃縮した。得

られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチルエステル=2:1)により精製し、3-(4-ヒドロキシメチルフェノキシ)-5-4イソプロポキシ安息香酸メチルエステル567mg(収率:95%)を無色油状物として得た。

5 得られたアルコール体200mg(0.63mmol)のクロロホルム溶液(10ml)に、トリエチルアミン0.18ml(1.26mmol)及び塩化メタンスルホニル0.073ml(0.95mmol)を加え、反応液を50度で15分間攪拌した。反応液に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を添加し、クロロホルムで抽出し、有機層を乾燥後、減圧下に濃縮した。得られた残渣にDMF5.0mlを加えて溶解し、アジ化ナトリウム123mg(1.90mmol)を加え、80度で1時間攪拌した。反応液に水を添加し、酢酸エチルエステルで抽出し、有機層を乾燥後、減圧下に濃縮し、アジド体の粗生成物を得た。

得られたアジド体のテトラヒドロフランー水(10:1)溶液(11m1)にトリフェニルホスフィン247mg(1.26mmol)を加え、反応液を90度で14時間攪拌した。反応液に2N塩酸水溶液を添加し、酸性水溶液とした。酢酸エチルエステルで洗浄後、水層に4N水酸化ナトリウム水溶液を添加し、塩基性水溶液とした後、クロロホルムで抽出し、有機層を乾燥後、減圧下に濃縮し、アミン体を粗生成物として67.8mg(収率:34%)得た。

得られたアミン体のクロロホルム溶液(5.0ml)にトリエチルアミン(0.20 057ml(0.41mmol)及びクロロギ酸メチルエステル0.024ml(0.31mmol)を加え、室温で1時間攪拌した。反応液に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を添加後、クロロホルムで抽出し、有機層を乾燥後、減圧下に濃縮し、メトキシカルボニルアミノメチル体を粗生成物として得た。

得られたメトキシカルポニルアミノメチル体のテトラヒドロフランーメタノー ル (5:3)溶液(8.0ml)に、4N水酸化ナトリウム水溶液1.0ml(4.00mmol)を加え、反応液を50度で一晩攪拌した。反応液に飽和塩化アンモニウム水溶液を添加し、クロロホルムで抽出し、有機層を乾燥後、減圧下に濃縮し、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム:メタノール=30:1)により精製し、5-イソプロポキシ-3-(4-メトキシ

カルボニルアミノメチルフェノキシ) -安息香酸 6 3. 1 mg (収率: 8 5 %) を白色固体として得た。

得られたカルボキシル体のN, N-ジメチルホルムアミド溶液(3.0ml) に2-アミノチアゾール33.0mg(0.33mol)、1-ヒドロキシベンゾトリアゾール水和物76.0mg(0.49mmol)及び1-(3-ジメチルアミノプロピル)-3-エチルカルボジイミド塩酸塩63.0mg(0.33mol)を加えた後、室温で一晩攪拌した。反応液に水を添加し、酢酸エチルエステルで抽出し、反応液を減圧下濃縮し、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム:メタノール=100:1)により精製し、表題化合物を白色固体として得た。製造例59により得られた化合物の分析データを下記に示す。

¹HNMR (CDCl₃) δ : 1. 34 (6H, d, J=6.0Hz), 3. 71 (3H, s), 4. 36 (2H, d, J=5.5Hz), 4. 57 (1H, m), 4. 99-5. 10 (1H, br), 6. 75 (1H, brs), 6. 96-7. 05 (4H, m), 7. 20 (1H, br), 7. 27-7. 34 (3H, m), 10. 70-10. 88 (1H, br)

ESI-MS (m/e) : 442 [M+H] +

上記製造例59と同様の方法により、製造例60乃至64の化合物を得た。以下にこれらの化合物の構造及び分析データを示す。

20 製造例60

10

15

<u>5-イソプロポキシ-3-(4-メチルカルバモイル-フェノキシ)-N-チア</u>

ゾール-2-イル-ペンズアミドの調製

製造例60の化合物は、製造例59で得られた3-(4-ホルミルフェノキシ) -5-イソプロポキシ安息香酸メチルエステルのホルミル基を酸化して得られた 3-(4-カルボキシフェノキシ)-5-イソプロポキシ安息香酸メチルエステ ルとメチルアミンとの縮合反応により得られた3-(4-メチルカルバモイルー フェノキシ)-5-イソプロポキシ安息香酸メチルエステル及び2-アミノチア ゾールを用いて、製造例2と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと同様の 方法により無色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDC1₃) δ : 1. 36 (6H, d, J=6. 1Hz), 3. 00 10 (3H, d, J=4. 8Hz), 4. 58 (1H, m), 6. 12-6. 21 (1 H, br), 6. 79 (1H, t. J=2. 2Hz), 6. 99-7. 06 (4 H, m), 7. 24-7. 27 (1H, m), 7. 34 (1H, d, J=3. 6 Hz), 7. 72 (2H, m)

ESI-MS (m/e) : 412 [M+H] +

15 製造例 6 1

20

3- (4-ジメチルカルバモイル-フェノキシ) - 5-イソプロポキシ-N-チ アゾール-2-イル-ベンズアミドの調製

製造例61の化合物は、製造例60で得られた3-(4-カルボキシルフェノキシ)-5-イソプロポキシ安息香酸メチルエステル、ジメチルアミン及び2-アミノチアゾールを用いて、製造例60と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと同様の方法により無色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDC1₃) δ : 1. 34 (6H, d, J=6.0Hz), 2. 98 -3. 15 (6H, br), 4. 56 (1H, m), 6. 78 (1H, t, J=2.3Hz), 6. 98 (1H, d, J=3.6Hz), 7. 00-7. 06 (2H, m), 7. 14-7. 17 (1H, m), 7. 24-7. 28 (2H, m),

5 7. 40-7. 47 (2H, m)

ESI-MS (m/e) : 426 [M+H] +

製造例62

10

15

<u>5-イソプロポキシ-3-(4-メチルカルボニルアミノメチル-フェノキシ)</u> -N-チアゾール-2-イルーベンズアミドの調製

製造例59で得られた3-(4-アミノメチルフェノキシ)-5-イソプロポキシ安息香酸メチルエステル、アセチルクロライド及び2-アミノチアゾールを用いて、製造例59と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより無色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDC1₃) δ : 1. 35 (6H, d, J=6.0Hz), 2. 0 5 (3H, s), 4. 40 (2H, d, J=5.6Hz), 4. 57 (1H, m), 5. 95-6.07 (1H, br), 6. 78 (1H, t, J=2.2Hz),

20 6. 93-7. 02 (4H, m), 7. 20-7. 32 (4H, m) ESI-MS (m/e): 426 [M+H] +

<u>5-イソプロポキシー3-(4-メタンスルホニルアミノメチルーフェノキシ)</u> -N-チアゾール-2-イルーベンズアミドの調製

- 5 製造例63の化合物は、製造例59で得られた3-(4-アミノメチルフェノキシ)-5-イソプロポキシ安息香酸メチルエステル、メタンスルホニルクロリド及び2-アミノチアゾールを用いて、製造例59と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより無色アモルファスとして得られた。

ESI-MS (m/e) : 462 [M+H] +

15 製造例 6 4

3-[4-(1-ヒドロキシープロピル)-フェノキシ]-5-イソプロポキシ

-N-チアゾール-2-イルーベンズアミドの調製

製造例64の化合物は、製造例59で得られた3-(4-ホルミルフェノキシ) -5-イソプロポキシ安息香酸メチルエステル、エチルマグネシウムプロミド及 び2-アミノチアゾールを用いて、製造例59と同様の方法、これに準じた方法 又はこれらと常法とを組み合わせることにより無色アモルファスとして得られた。 なお、3-(4-ホルミルフェノキシ)-5-イソプロポキシ安息香酸メチルエ ステルとエチルマグネシウムブロミドとの反応は、いわゆるグリニャー反応であ りあり、文献記載の方法(例えば、コンプリヘンシブ オーガニック トランス フォーメーション(Comprehensive Organic Trans formations)Richard Lら著、VCH Publisher s社、1988年、等)、それに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせる ことにより行うことができる。

¹HNMR (CDC1₃) δ : 0. 92 (3H, t, J=7. 4Hz), 1. 3 4 (6H, d, J=6. 1Hz), 1. 67-1. 88 (2H, m), 4. 51 -4. 63 (2H, m), 6. 76 (1H, t, J=2. 3Hz), 6. 95-7. 07 (3H, m), 7. 04-7. 07 (1H, m), 7. 20-7. 24 (2H, m), 7. 32 (2H, d, J=8. 5Hz)

ESI-MS (m/e) : 413 [M+H] +

製造例65

20

25

5

10

15

<u>6-[3-イソプロポキシ-5-(チアゾール-2-イルカルバモイル)-フェ</u> ノキシ]-ニコチン酸メチルエステルの調製

製造例59で得られた5-ヒドロキシー3-イソプロポキシ安息香酸メチルエ

ステル3. 0g(14.3mmol)のメタノール溶液(50ml)に4N水酸 化ナトリウム水溶液10mlを加え、室温で12時間攪拌した。反応液を減圧濃 縮後、飽和塩化アンモニウム水溶液を添加し、クロロホルムで抽出し、有機層を 乾燥後、減圧下に濃縮した。得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ク ロロホルム:メタノール=50:1)により精製し、5-ヒドロキシ-3-イソ プロポキシ安息香酸 2. 44g(収率:87%)を白色固体として得た。

5

15

得られたカルボン酸 2. 40g (12.2mmol) のクロロホルム溶液 (5 0ml) に、氷冷下、2-アミノチアゾール2. 45g(24.5mmol)、 トリエチルアミン3. 40ml(24.5mmol)、2-クロロ-1,3-ジ 10 メチルイミダゾリニウムクロリド4.14g(24.5mmo1)を加え、室温 で13時間攪拌した。反応液に飽和塩化アンモニウム水溶液を添加し、クロロホ ルムで抽出し、有機層を乾燥後、減圧下に濃縮した。得られた残渣のメタノール 溶液(40m1)に4N水酸化ナトリウム水溶液10m1を加え、室温で1時間 攪拌した。反応液を減圧濃縮後、飽和塩化アンモニウム水溶液を添加し、クロロ ホルムで抽出し、有機層を乾燥後、減圧下に濃縮した。得られた残渣をシリカゲ ルクロマトグラフィー(クロロホルム:メタノール=100:1)により精製し、 5-ヒドロキシ-3-イソプロポキシ-N-チアゾール-2-イル-ベンズアミ ド1. 81g(収率:53%)を白色固体として得た。

得られたアミド体100mg(0.36mmol)のN, N-ジメチルホルム アミド溶液(10.0ml)に、6-クロロニコチン酸メチルエステル123m 20 g (0.72mmol)、炭酸カリウム199mg (1.44mmol)を加え た後、窒素雰囲気下、80度で18時間攪拌した。反応液に水を添加し、酢酸エ チルで抽出し、有機層を乾燥後、減圧下に濃縮した。得られた残渣をシリカゲル クロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル=3:1)により精製し、表題化合 物を白色固体として得た。製造例65により得られた化合物の分析データを下記 25 に示す。

¹HNMR (CDC1₃) δ : 1. 36 (6H, d, J=6.0Hz), 3. 9 3 (3H, s), 4. 60 (1H, m), 6. 91-7. 02 (3H, m), 7. 29-7.40(3H, m), 8.31(1H, dd, J=8.6, 2.4Hz),

5

8. 81 (1H, d, J=2.4Hz) ESI-MS (m/e):414 [M+H] + 製造例66

<u>3-(5-ヒドロキシメチルーピリジン-2-イルーオキシ)-5-イソプロポ</u> キシ-N-チアゾール-2-イルーベンズアミドの調製

製造例65で得られた6-[3-イソプロポキシ-5-(チアゾール-2-イ ルカルバモイル)-フェノキシ]-ニコチン酸メチルエステル60.0mg(0.15mmol)のテトラヒドロフラン溶液(5.0ml)に氷冷下、水素化アルミニウムリチウム6.0mg(0.16mmol)を加え、0度で1時間攪拌した。反応液に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を添加し、酢酸エチルで抽出し、有機層を乾燥後、減圧下に濃縮した。得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(クロロホルム:メタノール=30:1)により精製し、表題化合物を白色固体として得た。以下に製造例66により得られた化合物の分析データを下記に示す。

¹HNMR (CDC1₃) δ: 1. 36 (6H, d, J=6. 0Hz), 4. 5 4-4. 64 (1H, m), 4. 68 (2H, s), 6. 90 (1H, t, J= 20 2. 1Hz), 6. 92-6. 98 (2H, m), 7. 22 (1H, t, J=1. 7Hz), 7. 31-7. 37 (2H, m), 7. 77 (1H, dd, J=2. 8, 8. 3Hz), 8. 14 (1H, br) ESI-MS (m/e): 386 [M+H] +

上記製造例65又は66と同様の方法により、製造例67乃至73の化合物を 25 得た。以下にこれらの化合物の分析データを示す。

<u>5-イソプロポキシー3-(5-メタンスルホニルピリジン-2-イル)-N-</u> チアゾール-2-イルーベンズアミドの調製

製造例67の化合物は、製造例65で得られた5-ヒドロキシ-3-イソプロポキシ-N-チアゾール-2-イルーベンズアミド及び2,5-ビスメタンスルホニルピリジンを用いて、製造例65と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより淡黄色油状物として得られた。

10 なお、2,5-ビスメタンスルホニルピリジンは、2,5-ジプロモピリジンとナトリウムチオメトキシドとを反応させて、2,5-ビス-メチルチオピリジンとした後にメタクロロ過安息香酸で酸化することにより得られた。2,5-ジプロモピリジンとナトリウムメトキシドとの反応、及び2,5-ビス-メチルチオピリジンをメタクロロ過安息香酸

15 で酸化させる反応は常法により行うことができる。

¹HNMR (CDCl₃) δ:1.37 (6H, d, J=6.1Hz), 3.1 1 (3H, s), 4.58-4.66 (1H, m), 6.93 (1H, t, J=1.8Hz), 6.99 (1H, d, J=3.6Hz), 7.12 (1H, d, J=8.7Hz), 7.29 (1H, d, J=1.8Hz), 7.36 (1H, d, J=3.6Hz), 7.40 (1H, d, J=1.8Hz), 8.21 (1H, dd, J=2.6, 8.7Hz), 8.71 (1H, d, J=2.6Hz) ESI-MS (m/e):434 [M+H] ⁺ 製造例68

3-(5-アセチルーピリジン-2-イルーオキシ)-5-イソプロポキシ-N -チアゾール-2-イルーベンズアミドの調製

製造例68の化合物は、製造例65と同様の方法により得られた5-ヒドロキシ-3-イソプロポキシ-N-チアゾール-2-イルーベンズアミド及び2-クロロ-5-アセチルピリジンを用いて、製造例65と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより白色固体として得られた。¹HNMR(CDCl₃) δ:1.37(6H,d,J=6.0Hz),2.59
 (3H,s),4.61(1H,m),6.93(1H,t,J=2.1Hz),6.98(1H,d,J=3.6Hz),7.04(1H,d,J=8.6Hz),7.29(1H,t,J=2.1Hz),7.38(2H,m),8.30(1H,dd,J=2.5,8.6Hz),8.75(1H,d,J=2.5Hz)ESI-MS(m/e):398[M+H] *

15 製造例69

<u>5-イソプロポキシー3-(5-メトキシカルボニルーピラジン-2-イルーオ</u>

キシ)-N-チアゾール-2-イルーベンズアミドの調製

製造例69の化合物は、製造例65と同様の方法により得られた5-ヒドロキ シー 3 ーイソプロポキシーNーチアゾールー 2 ーイルーベンズアミド及び 2 ーク ロロー5-メトキシカルボニルピラジンを用いて、製造例65と同様の方法、こ れに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより無色アモルファス として得られた。

¹HNMR (CDC1₃) δ : 1. 38 (6H, d, J=6.0Hz), 4. 03 (3H, s), 4. 57-4. 65 (1H, m), 6. 95 (1H, t, J=2). 1 Hz), 7. 00 (1H, d, J = 3.6 Hz), 7. 33 - 7.35 (1H, m), 7. 37-7. 42(2H, m), 8. 54(1H, d, J=1.2Hz), 10 8. 85 (1H, d, J=1. 2Hz) ESI-MS (m/e) : 415 [M+H] +

製造例70

15

3-(5-シアノーピリジン-2-イルーオキシ)-5-イソプロポキシ-N-チアゾールー2ーイルーベンズアミドの調製

製造例70の化合物は、製造例65と同様の方法により得られた5-ヒドロキシ -3-4ソプロポキシーN-4アゾールー2-4ルーペンズアミド及び2,5-420 ジブロモピリジンを用いて、製造例65と同様の方法により得られた3-(5-プロモーピリジンー2-イルーオキシ)-5-イソプロポキシーNーチアゾール -2-イルーペンズアミドとシアン化銅(I)とを反応させることにより無色ア モルファスとして得られた。

なお、3-(5-ブロモーピリジン-2-イルーオキシ)-5-イソプロピルーN-チアゾール-2-イルーベンズアミドとシアン化銅との反応は、文献記載の方法(例えば、コンプリヘンシブ オーガニック トランスフォーメーション (Comprehensive Organic Transformations)Richard Lら著、VCH Publishers社、1988年、等)と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせた方法により製造することができる。

¹HNMR (CDC1₃) δ: 1. 37 (6H, d, J=6. 1Hz), 4. 6 1 (1H, m), 6. 89-6. 92 (1H, m), 6. 97-7. 01 (1H, 10 m), 7. 06-7. 09 (1H, m), 7. 26-7. 29 (1H, m), 7. 35-7. 40 (1H, m), 7. 93-7. 98 (1H, m), 8. 47-8. 49 (1H, m)

ESI-MS (m/e) : 381 [M+H] +

製造例71

15

$$H_3C$$
 CH_3
 O
 N
 N
 N

<u>5-イソプロポキシー3-(2-オキソー1,2-ジヒドローピリジン-4-イ</u>ルーオキシ)-N-チアゾール-2-イルーベンズアミドの調製

20 製造例71の化合物は、製造例59と同様の方法により得られた5-ヒドロキシ -3-イソプロポキシ安息香酸メチルエステル、4-プロモーピリジン塩酸塩及 び2-アミノチアゾールを用いて、製造例65と同様の方法、これに準じた方法 又はこれらと常法とを組み合わせることにより白色固体として得られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ : 1. 31 (6H, d, J=6.0Hz), 4. 73 25 -4.83 (1H, m), 5. 51 (1H, d, J=2.6Hz), 6. 03 (1 H, dd, J=2.5, 7.4Hz), 6. 99 (1H, t, J=2.2Hz), 7. 30 (1H, d, J=3.6Hz), 7. 38-7. 44 (2H, m), 7. 55-7. 59 (2H, m)

ESI-MS (m/e) : 372 [M+H] +

製造例72

5

<u>5-イソプロポキシ-3-(2-オキソ-1, 2-ジヒドロ-ピリジン-3-イル-オキシ)-N-チアゾール-2-イル-ベンズアミドの調製</u>

10 製造例 7 2 の化合物は、製造例 5 9 と同様の方法により得られた 5 ーヒドロキシー 3 ーイソプロポキシ安息香酸メチルエステル、 3 ープロモー 2 ーヒドロキシー ピリジン及び 2 ーアミノチアゾールを用いて、製造例 6 5 と同様の方法、これに 準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより白色結晶として得られた。

¹HNMR (CDC1₃) δ: 1. 34 (6H, d, J=6.0Hz), 4. 62 -4. 72 (1H, m), 6. 41 (1H, dd, J=6.7, 7.2Hz), 6. 76 (1H, t, J=2.3Hz), 7. 10-7. 13 (1H, dd, J=1.5, 2.2Hz), 7. 14 (1H, d, J=3.6Hz), 7. 27-7. 29 (1H, m), 7. 30-7. 37 (2H, m), 7. 48 (2H, d,

20 J = 3.6 Hz)

ESI-MS (m/e) : 372 [M+H] +

5 の調製

10

15

製造例73の化合物は、製造例59と同様の方法により得られた5-ヒドロキシー3-イソプロポキシ安息香酸メチルエステル、3-プロモ-2-ヒドロキシーピリジン及び2-アミノーチアゾロ[5,4-b]ピリジンを用いて、製造例65と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより白色固体として得られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ : 1. 31 (6H, d, J=6.0Hz), 4. 6 8-4.81 (1H, m), 6. 25 (1H, t, J=6.9Hz), 6. 68 -6.72 (1H, m), 7. 13-7. 16 (1H, m), 7. 31-7. 4 0 (2H, m), 7. 44-7. 54 (2H, m), 8. 12 (1H, d, J= 7.8Hz), 8. 46-8.52 (1H, m)

ESI-MS (m/e) : 423 [M+H] +

10

25

5-イソプロポキシ-3-([1,3,4]チアジアゾール-2-イルスルファニル)-N-チアゾロ[5,4-b]-ピリジン-2イルーベンズアミドの調製3-ヒドロキシ-5-ヨード安息香酸メチルエステル120mg(0.43mol)、のN,N-ジメチルホルムアミド溶液(4.0ml)に炭酸カリウム298mg(2.16mmol)及び2-プロモプロパン0.12ml(1.29mmol)を加えた後、反応液を80度で一晩撹拌した。反応液に水を添加し、酢酸エチルエステルで抽出し、有機層を飽和食塩水溶液で洗浄し、乾燥後、減圧下に濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチルエステル=5:1)により精製し、5-ヨード-3-イソプロポキシ安息香酸メチルエステル133mg(収率:96%)を無色油状物として得た。

得られたヨード体132mg(0.41mmol)のN, N-ジメチルホルム アミド溶液(10ml)に2-メルカプト-1,3,4-チアジアゾール292 mg(2.47mol)、炭酸カリウム456mg(3.30mol)、ヒドロ キノン27.0mg(0.25mmol)及び臭化銅(I)35.0mg(0.

25mmo1)を加えた後、窒素雰囲気下、130度で40分間攪拌した。反応液に水を添加し、酢酸エチルエステルで抽出し、有機層を飽和食塩水溶液で洗浄し、乾燥後、減圧下に濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチルエステル=1:1)により精製し、5-イソプロポキシ-3-(1,3,4-チアジアゾール-2-イルーチオ)安息香酸メチル20 エステル8.90mg(収率:7%)を無色油状物として得た。

得られたエステル体のメタノール溶液(1.0ml)に、2N水酸化ナトリウム水溶液0.14ml(0.29mmol)を加え、反応液を室温で5時間攪拌した。反応液に2N塩酸水溶液を添加し、酢酸エチルエステルで抽出し、有機層を飽和食塩水溶液で洗浄し、乾燥後、減圧下に濃縮し、カルボキシル体の粗生成物を得た。

得られたカルボキシル体のN, N-ジメチルホルムアミド溶液(1.2ml)に2-アミノーチアゾロ [5,4-b] ーピリジン8.20mg(0.054mol)、1-ヒドロキシベンゾトリアゾール水和物5.00mg(0.037mmol)及び1-(3-ジメチルアミノプロピル)-3-エチルカルボジイミド

WO 2004/076420 PCT/JP2004/002284 177

塩酸塩7.10mg(0.037mol)を加えた後、室温で一晩攪拌した。反 応液を減圧下濃縮し、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(へ キサン:酢酸エチルエステル=1:1)により精製し、表題化合物を白色固体と して得た。製造例74により得られた化合物の分析データを下記に示す。

¹HNMR (CDC1₃) δ : 1. 32 (6H, d, J=6. 0Hz), 4. 5 5 4-4.62 (1H, m), 7.32 (1H, dd, J=4.6, 8.2Hz), 7. 37(1H, t, J=1.8Hz), 7. 56(1H, t, J=1.8Hz), 7. 74 (1H, dd, J=1. 4, 8. 2Hz), 7. 79 (1H, t, J=1.8 Hz), 8.52 (1H, dd, J=1.4, 4.6 Hz), 9.07 (1 ¨ 10 H, s)

ESI-MS (m/e) : 430 [M+H] +

上記製造例74と同様の方法により、製造例75乃至製造例88の化合物を得 た。以下にこれらの化合物の内、代表例の化合物の分析データを示す。 製造例75

15

$$H_3C$$
 CH_3
 H_3C
 N
 N
 N

ルスルファニル)-N-チアゾール-2-イルーベンズアミドの調製

製造例75の化合物は、製造例74で得られた5-ヨード-3-イソプロポキ 20 シ安息香酸メチルエステル、2-アミノチアゾール及び3-メルカプト-4-メ チルー [1, 2, 4] トリアゾールを用いて、製造例74と同様の方法、これに 準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより無色アモルファスとし て得られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ : 1. 31 (6H, d, J=5. 9Hz), 3. 6 5 (3H, s), 4. 53-4. 57 (1H, m), 6. 98 (1H, q, J=3. 5Hz), 7. 06 (1H, s), 7. 20 (1H, d, J=3. 5Hz), 7. 41 (1H, s), 7. 53 (1H, s), 8. 29 (1H, s)

5 ESI-MS (m/e): 374 [M-H]

製造例76

10 5- (1) - (1

製造例76の化合物は、製造例75で得られた5-ヨード-3-イソプロポキシ安息香酸メチルエステル、2-アミノチアゾール及び2-メルカプトーチアゾールを用いて、製造例74と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより無色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ : 1. 33 (6H, d, J=6.0Hz), 4. 5 4-4.62 (1H, m), 6. 95 (1H, d, J=3.6Hz), 7. 15 (1H, d, J=3.6Hz), 7. 29-7. 32 (2H, m), 7. 50 (1 H, dd, J=1.5, 2.2Hz), 7. 69 (1H, d, J=1.5Hz),

20 7. 77 (1H, d, J=3.4Hz)

製造例77

ESI-MS (m/e) : 362 [M+H] +

15 製造例78

 $5 - \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$

ニル)-N-チアゾール-2-イル-ベンズアミドの調製

製造例 7 8 の化合物は、製造例 7 4 で得られた 5-3-1ドー3-4ソプロポキシ安息香酸メチルエステル、2-7ミノチアゾール及び2-メルカプトー [1,3,4] チアジアゾールを用いて、製造例 7 4 と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより無色アモルファスとして得られた。 1 HNMR((CD_3OD) $\delta:1$. 3 7 (6 H, d, J=6. 0 Hz), 4. 7 1 -4. 8 1 (1 H, m), 7. 1 4 (1 H, d, J=3. 7 Hz), 7. 4 5 (1 H, t, J=1. 8 Hz), 7. 5 0 (1 H, d, J=3. 7 Hz), 7. 6 8 (1 H, t, J=1. 8 Hz), 7. 8 9 (1 H, t, J=1. 8 Hz), 9.

10 32 (1H, s)

ESI-MS (m/e) : 379 [M+H] +

製造例 7 9

15

20

25

製造例 7 9 の化合物は、製造例 7 4 で得られた 5 ーヨードー3 ーイソプロポキシ安息香酸メチルエステル、2 ーアミノチアゾール及び2 ーメルカプトー5 ーメチルスルファニルー [1,3,4] チアジアゾールを用いて、製造例 7 4 と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより無色油状物として得られた。

¹HNMR (CDC1₃) δ : 1. 34 (6H, d, J=6.0Hz), 2. 7 5 (3H, s), 4. 55-4. 63 (1H, m), 6. 97 (1H, d, J= 3. 6Hz), 7. 13 (1H, d, J=3.6Hz), 7. 32 (1H, t, J=1.8Hz), 7.53 (1H, t, J=1.8Hz), 7.72 (1H, t, J=1.8Hz)

ESI-MS (m/e) : 425 [M+H] +

製造例80

5

<u>5-イソプロポキシー3-(5-メチルー[1,3,4]チアジアゾールー2-</u> イルスルファニル)-N-チアゾール-2-イルーベンズアミドの調製

製造例80の化合物は、製造例74で得られた5-ヨード-3-イソプロポキ シ安息香酸メチルエステル、2-アミノチアゾール及び2-メルカプト-5-メ チル-[1,3,4]チアジアゾールを用いて、製造例74と同様の方法、これ に準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより無色アモルファスと して得られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ : 1. 35 (6H, d, J=6. 0Hz), 2. 72 15 (3H, s), 4. 56-4. 64 (1H, m), 6. 97 (1H, d, J=3. 6Hz), 7. 17 (1H, d, J=3. 6Hz), 7. 35 (1H, t, J=1. 8Hz), 7. 54 (1H, t, J=1. 8Hz), 7. 73 (1H, t, J=1. 8Hz)

ESI-MS (m/e) : 393 [M+H] +

20 製造例81

5-(テトラヒドロフラン-3-イルーオキシ)-N-チアゾール-2-イルー3-(4H-[1, 2, 4]トリアゾール-3-イルスルファニル)ーベンズア

5 ミドの調製

10

15

20

製造例81の化合物は、2-プロモプロパンの代わりに、(3R)-3-プロモプロパンを用いて、製造例74と同様の方法により製造した5-ヨード-3-(テトラヒドロフラン-3-イルオキシ)安息香酸メチルエステル、2-アミノチアゾール及び3-メルカプト-[1, 2, 4]トリアゾールを用いて、製造例74と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより無色油状物として得られた。

¹HNMR (CDC1₃) δ : 2. 05-2. 24 (2H, m), 3. 89-4. 02 (4H, m), 4. 94-4. 98 (1H, m), 7. 06 (1H, d, J=3. 6Hz), 7. 23 (1H, t, J=1. 8Hz), 7. 40 (1H, d, J=1. 8Hz), 7. 48 (1H, d, J=3. 6Hz), 7. 68 (1H, d, J=1. 8Hz), 8. 32 (1H, s)

製造例82

ESI-MS (m/e) : 390 [M+H] +

5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-N-(4-メチル-チアゾ-ル-2-イル)-3-([1,3,4] チアジアゾール-2-イルスルファニル)-ベンズアミドの調製

製造例82の化合物は、3-ヒドロキシ-5-ヨードー安息香酸メチルエステル、1-tertージメチルシロキシ-2-ヒドロキシプロパン及び2-アミノー4-メチルーチアゾールを用いて製造例65と同様の方法により得られた3ー(2-tertーブチルージメチルシロキシ-1-メチルーエトキシ)-5-ヨードーN-(4-メチルーチアゾールー2-イル)ーベンズアミド、2-メルカプトー[1,3,4]チアジアゾールを用いて、製造例74と同様、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより無色油状物として得られた。また、ヒドロキシ基の保護基であるtertーブチルジメチルシロキシ基の除去は、製造例2と同様の方法、それに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより行うことができる。

¹HNMR (CDCl₃) δ : 1. 32 (d, 3H, J=6. 2Hz), 2. 38 15 (s, 3H), 4. 79 (m, 2H), 4. 65 (m, 1H), 6. 63 (s, 1H), 7. 38 (m, 1H), 7. 72 (m, 1H), 7. 82 (m, 1H), 9. 08 (s, 1H)

ESI-MS (m/e) : 409 [M+H] +

製造例83

20

25

5-(3-ヒドロキシ-1-メチループロポキシ)-N-(4-メチルーチアゾ-ル-2-イル)-3-([1, 3, 4] チアジアゾール-2-イルスルファニル)-ペンズアミドの調製 製造例83の化合物は、3-ヒドロキシ-5-ヨードー安息香酸メチルエステル、5-tertーブチルジメチルシロキシーペンタン-2ーオール及び2-アミノ-4-メチルーチアゾールを用いて製造例65と同様の方法により得られた3-(3-tertーブチルジメチルシロキシ-1-メチループロポキシ)-5-ヨードーN-(4-メチルーチアゾールー2ーイル)ーベンズアミド、2-メルカプトー[1,3,4]チアジアゾールを用いて、製造例74と同様の方法、これに準じた方法又はこれら常法とを組み合わせることにより白色アモルファスとして得られた。また、ヒドロキシ基の保護基であるtertーブチルジメチルシロキシ基の除去は、製造例2と同様の方法、それに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより行うことができる。

¹HNMR (CDCl₃) δ : 1. 33 (d, 3H, J=6. 1Hz), 2. 10 -1. 75 (m, 4H), 2. 18 (d, 1H, J=1. 0Hz), 3. 78 (m, 2H), 4. 63 (m, 1H), 6. 56 (d, 1H, J=1. 0Hz), 7. 38 (m, 1H), 7. 61 (m, 1H), 7. 73 (m, 1H), 9. 05 (s, 1H), 11. 1 (br, 1H)

ESI-MS (m/e):423 [M+H] + 製造例84

20

5

10

15

5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ) -3-([1, 3, 4] チアジ アゾール-2-イルスルファニル) -N-チアゾール-2-イルーベンズアミド の調製

製造例84の化合物は、3-ヒドロキシ-5-ヨード-安息香酸メチルエステ 25 ル、1-tert-ブトキシ-2-オール及び2-アミノチアゾールを用いて製 造例65と同様の方法により得られた3-(2-tert-ブチルジメチルシロキシ-1-メチループロポキシ)-5-ヨード-N-(チアゾール-2-イル)-ベンズアミド、2-メルカプト-[1,3,4]チアジアゾールを用いて、製造例74と同様の方法、これ準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより無色油状物として得られた。また、ヒドロキシ基の保護基であるtert-ブチルジメチルシロキシ基の除去は、製造例2と同様の方法、それに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより製造することができる。

¹HNMR (CDC1₃) δ : 1. 30 (d, 3H, J=6.0Hz), 3. 80 (m, 2H), 4. 62 (sextet, 1H, J=6.0Hz), 7. 00 (d, 1H, J=3.6Hz), 7. 27 (d, 1H, J=3.6Hz), 7. 40 (m, 1H), 7. 62 (m, 1H), 7. 81 (m, 1H), 9. 09 (s, 1H) ESI-MS (m/e): 395 [M+H] +

製造例85

15

20

5

10

<u>5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-(4-メタンスルホニル</u>フェニルスルファニル)-N-チアゾール-2-イル-ベンズアミドの調製

製造例85の化合物は、3-ヒドロキシ-5-ヨードー安息香酸メチルエステル、1-tertーブチルジメチルシロキシーブタン-2-オール及び2-アミノチアゾールを用いて製造例65と同様の方法により得られた3-(2-tertープチルジメチルシロキシ-1-メチループロポキシ)-5-ヨードーN-(チアゾール-2-イル)-ベンズアミド、2-メルカプト-[1,3,4]チアジアゾールを用いて、製造例74と同様の方法、これ準じた方法又はこれらと常法

とを組み合わせることにより無色油状物として得られた。また、ヒドロキシ基の 保護基である t e r t ープチルジメチルシロキシ基は、製造例 2 と同様の方法、 それに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより製造することが できる。

5 HNMR (CDCl₃) δ : 1. 31 (d, 3H, J=6. 2Hz), 3. 07 (s, 3H), 3. 78 (m, 2H), 4. 58 (m, 1H), 7. 01 (d, 1H, J=3. 6Hz), 7. 24 (m, 2H), 7. 37 (d, 2H, J=8. 6Hz), 7. 55 (m, 1H), 7. 61 (m, 1H), 7. 84 (d, 2H, J=8. 6Hz), 11. 3 (br, 1H)

10 ESI-MS (m/e):465 [M+H] * 製造例86

15 3-(3-7)ルオローフェニルチオ)-5-(2-1)ドロキシ-1-1メチルーエトキシ)-N-4アゾール-2-1ルーベンズアミドの調製

製造例86の化合物は、3-ヒドロキシ-5-ヨードー安息香酸メチルエステル、1-(tertージメチルシロキシ)-2-ヒドロキシプロパン及び2-アミノチアゾールを用いて製造例65と同様の方法により得られた3-(2-te rtーブチルジメチルシロキシ-1-メチルーエトキシ)-5-ヨードーN-(チアゾール-2-イル)-ベンズアミド、3-フルオロチオフェノールを用いて、製造例74と同様の方法、これ準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより白色アモルファスとして得られた。また、ヒドロキシ基の保護基であるtertーブチルジメチルシロキシ基の除去は、製造例2と同様の方法、それに25 準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより行うことができる。

¹HNMR (CDCl₃) δ : 1. 27 (d, 3H, J=6. 2Hz), 3, 7 5 (m, 2H), 4. 54 (m, 1H), 7. 18-6. 95 (m, 4H), 7. 21 (m, 1H), 7. 30 (m, 1H), 7. 52-7. 40 (m, 2H) ESI-MS (m/e): 405 [M+H] ⁺

5 製造例87

5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-(ピリジン-4-イルス

10 ルファニル) - N - チアゾール - 2 - イル - ベンズアミドの調製

製造例87の化合物は、3-ヒドロキシ-5-ヨードー安息香酸メチルエステル、1-(tertーブチルジメチルシロキシ)-2-ヒドロキシプロパン及び2-アミノチアゾールを用いて製造例65と同様の方法により得られた3-(2-tertーブチルジメチルシロキシ-1-メチルーエトキシ)-5-ヨードーN-(チアゾール-2-イル)-ベンズアミド、4-メルカプトピリジンを用いて、製造例74と同様の方法、これ準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより黄色油状物として得られた。また、ヒドロキシ基の保護基であるtertーブチルジメチルシロキシ基の除去は、製造例2と同様の方法、それに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより行った。

¹HNMR (CDCl₃) δ: 1. 36 (d, 3H, J=6. 1Hz), 3. 72 (d, 2H, J=6. 1Hz), 4. 68 (sextet, 1H, J=6. 1Hz), 7. 20 (m, 3H), 7. 45 (m, 1H), 7. 54 (m, 1H), 7. 75 (m, 1H), 7. 85 (m, 1H), 8. 36 (m, 2H) ESI-MS (m/e): 388 [M+H] +

25 製造例88

5

10

15

20

<u>5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-(6-メチル-ピリジン</u> -3-イルスルファニル)-N-チアゾール-2-イル-ベンズアミドの調製

製造例88の化合物は、3-ヒドロキシ-5-ヨードー安息香酸メチルエステル、1-(tert-ジメチルシロキシ)-2-ヒドロキシプロパン及び2-アミノチアゾールを用いて製造例 65と同様の方法により得られた3-(2-tert-ブチルジメチルシロキシ-1-メチル-エトキシ)-5-ヨード-N-(チアゾール-2-イル) -ベンズアミド、3-メルカプト-6-メチルーピリジンを用いて、製造例 74と同様の方法、これ準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより白色アモルファスとして得られた。また、ヒドロキシ基の保護基である tert-ブチルジメチルシロキシ基の除去は、製造例 2と同様の方法、それに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより行った。 1 HNMR (CDC1 $_3$) $\delta:1.24$ (d, 3H, J=6.2Hz), 2.54(s、3H), 3.72(m, 2H), 4.52(m, 1H), 6.97(m, 2H), 7.16(m, 2H), 7.33(m, 1H), 7.59(m, 1H), 8.52(m, 1H), 12.0(br, 1H)

製造例89

5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ) -3-(4-メタンスルホニル フェノキシ) -N-(3-メチル-[1, 2, 4]-チアジアゾール-5-イル) -ベンズアミドの調製

- 5 ーヒドロキシー3ーメトキシメトキシ安息香酸メチルエステル25.0g(1 19mmol)のトルエン溶液(375ml)に4ーメタンスルホニループロモベンゼン33.4g(142mmol)、酢酸パラジウム2.67g(11.9mmol)、2ー(ジーtertーブチルホスフィノ)ピフェニル5.31g(17.8mmol)、リン酸カリウム50.3g(237mmol)を加えた後、
- 10 反応容器を封管したのち、130度で6時間攪拌した。反応液に酢酸エチルエステルを加え、濾過した後、減圧濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチルエステル=2:1)により精製し、3-(4-メタンスルホニル-フェノキシ)-5-メトキシメトキシー安息香酸メチルエステル31.0g(収率:69%)を白色固体として得た。
- 15 得られた3-(4-メタンスルホニルーフェノキシ)-5-メトキシメトキシー 安息香酸メチルエステル30.9g(84.3mmol)の塩化メチレン溶液(100ml)にトリフルオロ酢酸60mlを氷冷下で加えた後、室温で反応液を4時間攪拌した。反応液を減圧下に濃縮し、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチルエステル=1:1)により精製し、5-20 ヒドロキシ-3-(4-メタンスルホニルーフェノキシ)安息香酸メチルエステル15.2g(収率:56%)を白色固体として得た。

得られた 5 ーヒドロキシー 3 ー (4 ーメタンスルホニルーフェノキシ) 安息香酸メチルエステル 1 0.0 g (3 1.0 mm o 1) のテトラヒドロフラン溶液 (2 0 0 m 1) に (2 R) ー1 ー (t ープチルジメチルシロキシ) ー2 ーヒドロキシプロパン 1 1.8 g (6 2.1 mm o 1) 及びトリフェニルホスフィン 1 6.3 g (6 2.1 mm o 1) 加えた後、ジエチルアゾジカルボキシレートの 4 0 %トルエン溶液 3 3.8 m 1 (7 7.6 mm o 1) を氷冷下で加え、室温で 1 2 時間攪拌した。反応液を減圧下に濃縮し、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン:酢酸エチルエステル = 8:2) により精製し、5 ー ((1

S) -2-(tert-プチルジメチルシロキシ) -1-メチルーエトキシ) -3-(4-メタンスルホニルーフェノキシ) -安息香酸メチルエステルを黄色油状物として得た。

得られた5-((1S)-2-(t-ブチルジメチルシロキシ)-1-メチル -エトキシ)-3-(4-メタンスルホニル-フェノキシ)-安息香酸メチルエステル200mg(0.40mmol)及び5-アミノ-3-メチル-[1,2,4]チアジアゾールを用いて、製造例2と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせた方法により、製造例89の化合物を無色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CD₃OD) δ: 1. 30 (d, 6H, J=6. 2Hz), 2. 50 (s, 3H), 3. 12 (s, 3H), 3. 68 (d, 2H, J=5. 0Hz), 4. 58-4. 63 (m, 1H), 7. 01 (s, 1H), 7. 23 (d, 2H, J=8. 8Hz), 7. 36 (s, 1H), 7. 54 (s, 1H), 7. 97 (d, 2H, J=8. 8Hz)

15 ESI-MS (m/e):464 [M+H] + 製造例90

 N-[3-ヒドロキシメチル-1, 2, 4-チアジアゾール-5-イル]-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-(2-メトキシ-1-メチル-エト キシ) ベンズアミドの調製

製造例90の化合物は、製造例89で得られた3-(4-メタンスルホニルーフェノキシ)-5-メトキシメトキシー安息香酸メチルエステル、(2R)-1

-メトキシー2-プロパノール及び5-アミノー3-(t-ブチルジメチルシロキシメチル)-[1, 2, 4] チアジアゾールを用いて、製造例89と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより、無色アモルファスとして得られた。

5 1 HNMR (CDC1₃) δ : 1. 34 (3H, d, J=6. 3Hz), 3. 0 9 (3H, s), 3. 41 (3H, s), 3. 49-3. 64 (2H, m), 4. 60-4. 72 (1H, m), 4. 79 (2H, s), 6. 92 (1H, t, J=2. 0Hz), 7. 16 (2H, d, J=8. 7Hz), 7. 43 (1H, br), 7. 93 (2H, d, J=8. 7Hz)

10 ESI-MS(m/e):494 [M+H] + 製造例91

20

15 5-(3-ヒドロキシ-1-メチルエトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -N-[5-メチル-1, 2, 4-チアジアゾール-3-イル] ベン ズアミドの調製

製造例91の化合物は、製造例89で得られた3-(4-メタンスルホニルーフェノキシ)-5-メトキシメトキシー安息香酸メチルエステル、(2R)-1-(t-ブチルジメチルシロキシ)-2-ヒドロキシプロパン及び3-アミノー5-メチル-[1,2,4]チアジアゾールを用いて、製造例89と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより白色固体として得られた。

 1 HNMR (CDCl₃) δ :1.29 (d, 3H, J=6.3Hz), 2.7

15

6 (s, 3H), 3. 07 (s, 3H), 3. 79 (m, 2H), 4. 57 (m, 1H), 6. 81 (m, 1H), 7. 12 (d, 2H, J=8. 8Hz), 7. 17 (m, 1H), 7. 33 (m1H), 7. 91 (d, 2H, J=8. 8Hz), 9. 27 (br, 1H)

5 ESI-MS (m/e):464 [M+H] + 製造例92

10 <u>5-(ヒドロキシ-1-メチルエトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノ</u> <u>キシ)-N-(3-メトキシ-1, 2, 4-チアジアゾール-5-イル)ベンズ</u> アミドの調製

製造例92の化合物は、製造例89で得られた3-(4-メタンスルホニルーフェノキシ)-5-メトキシメトキシー安息香酸メチルエステル、(2R)-1-(t-プチルジメチルシロキシ)-2-ヒドロキシプロパン及び5-アミノー3-メトキシー[1,2,4]チアジアゾールを用いて、製造例89と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより白色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDC1₃) δ: 1. 32 (d, 3H, J=6. 3Hz), 3. 1 20 2 (s, 3H), 3. 80 (d, 2H, J=5. 5Hz), 3. 99 (s, 3H), 4. 61 (m, 1H), 6. 87 (m, 1H), 7. 17 (d, 2H, J=8. 8Hz), 7. 23 (m, 1H), 7. 35 (m, 1H), 7. 96 (d, 2H, J=8. 8Hz), 11, 2 (br, 1H) ESI-MS (m/e): 480 [M+H] +

製造例93

5 5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ) -3-(4-メタンスルホニル フェノキシ) -N-(1, 2, 5-チアジアゾール-3-イル) ベンズアミドの 調製

製造例93の化合物は、製造例89で得られた3-(4-メタンスルホニルーフェノキシ)-5-メトキシメトキシー安息香酸メチルエステル、(2R)-1-(t-ブチルジメチルシロキシ)-2-ヒドロキシプロパン及び3-アミノー[1,2,5]チアジアゾールを用いて、製造例89と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより淡黄色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDC1₃) δ : 1. 34 (d, 3H, J=6. 3Hz), 1. 9 15 1 (t, 1H, J=5. 7Hz), 3. 09 (s, 3H), 3. 80 (m, 2H), 4. 60 (m, 1H), 6. 89 (m, 1H), 7. 17 (d, 2H), 7. 1 8 (m, 1H), 7. 35 (m, 1H), 7. 96 (d, 2H, J=8. 8Hz), 8. 92 (br, 1H), 9. 32 (s, 1H) ESI-MS (m/e): 450 [M+H] +

20 製造例94

5 アミドの調製

10

15

製造例95

製造例94の化合物は、製造例89で得られた3-(4-メタンスルホニルーフェノキシ)-5-メトキシメトキシー安息香酸メチルエステル、(2R)-1-(t-ブチルジメチルシロキシ)-2-ヒドロキシプロパン及び2-アミノー4-トリフルオロメチルーチアゾールを用いて、製造例89と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより無色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDC 1₃) δ : 1. 32 (d, 3H, J=6. 2Hz), 3. 1 1 (s, 3H), 3. 78 (d, 2H, J=5. 1Hz), 4. 57-4. 63 (m, 1H), 6. 91 (s, 1H), 7. 16-7. 17 (m, 1H), 7. 17 (d, 2H, J=8. 8Hz), 7. 34-7. 36 (m, 1H), 7. 4 4-7. 46 (m, 1H), 7. 96 (d, 2H, J=8. 8Hz) ESI-MS (m/e): 517 [M+H] ⁺

5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ) -3-(4-メタンスルホニル フェノキシ) -N-(4,5,6,7-テトラヒドロベンゾチアゾール-2-イル) ベンズアミドの調製

製造例95の化合物は、製造例89で得られた3-(4-メタンスルホニルーフェノキシ)-5-メトキシメトキシー安息香酸メチルエステル、(2R)-1-(t-プチルジメチルシロキシ)-2-ヒドロキシプロパン及び2-アミノー4,5,6,7-テトラヒドロベンゾチアゾールを用いて、製造例89と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより無色油状物として得られた。

¹HNMR (CDCI₃) δ : 1. 26-1. 29 (m, 3H), 1. 82-1. 86 (m, 4H), 2. 57-2. 72 (m, 4H), 3. 09 (s, 3H), 3. 73-3. 78 (m, 2H), 4. 54-4. 56 (m, 1H), 6. 78-6. 81 (m, 1H), 7. 09-7. 14 (m, 3H), 7. 22-7. 29 (m, 1H), 7. 90-7. 95 (m, 2H) ESI-MS (m/e): 503 [M+H] +

製造例 9 6

10

<u>5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-3-(4-メタンスルホニル</u>フェノキシ)-N-(ピリダジン-3-イル)-ベンズアミドの調製

5 製造例96の化合物は、製造例89で得られた3-(4-メタンスルホニルーフェノキシ)-5-メトキシメトキシー安息香酸メチルエステル、(2R)-1-(t-ブチルジメチルシロキシ)-2-ヒドロキシプロパン及び3-アミノーピリダジンを用いて、製造例89と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより無色アモルファスとして得られた。

4Hz), 8. 55 (d, 1H, J=9. 2Hz), 8. 93 (m, 1H), 9. 54 (brs, 1H)

ESI-MS (m/e):444 [M+H] +, 442 [M-H] -製造例 97

5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-N-(3-イソプロピルー[1, 2, 4]-トリアゾールー5-イル)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)

5 ベンズアミドの調製

製造例97の化合物は、製造例89で得られた3-(4-メタンスルホニルーフェノキシ)-5-メトキシメトキシー安息香酸メチルエステル、(2R)-1-(t-ブチルジメチルシロキシ)-2-ヒドロキシプロパン及び5-アミノー3-イソプロピルー[1,2,4]トリアゾールを用いて、製造例89と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより無色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ : 1. 33 (d, 6H, J=7. 3Hz), 1. 3 5 (d, 6H, J=7. 0Hz), 3. 10 (s, 3H), 3. 16-3. 21 (m, 1H), 3. 77-3. 79 (m, 2H), 4. 57-4. 62 (m, 1H), 6. 91 (s, 1H), 7. 16 (d, 2H, J=8. 9Hz), 7. 1 7 (d, 1H, J=1. 7Hz), 7. 35 (d, 1H, J=1. 7Hz), 7. 95 (d, 2H, J=8. 9Hz)

ESI-MS (m/e) : 492 [M+H] +

製造例98

15

5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-(3-メチル-[1, 2, 4]-オキサジアゾール-5-イ

5 ル) ベンズアミドの調製

15

製造例98の化合物は、製造例89で得られた3-(4-メタンスルホニルーフェノキシ)-5-メトキシメトキシー安息香酸メチルエステル、(2R)-1-(t-プチルジメチルシロキシ)-2-ヒドロキシプロパン及び5-アミノー3-メチルー[1,2,4]オキサジアゾールを用いて、製造例89と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより無色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ: 1. 28 (d, 3H, J=5. 9Hz), 2. 3 1 (s, 3H), 3. 08 (s, 3H), 3. 75-3. 76 (m, 2H), 4. 57-4. 58 (m, 1H), 5. 60 (brs, 1H), 6. 84 (s, 1H), 7. 09 (d, 2H, J=8. 6Hz), 7. 24 (s, 1H), 7. 35 (s, 1H), 7. 87 (d, 2H, J=8. 6Hz), 10. 52 (brs, 1H) ESI-MS (m/e): 448 [M+H] + 446 [M-H] -製造例99

5-(2-ヒドロキシー1-メチルーエトキシ)-N-[4-(1-ヒドロキシー1-メチルーエチル)-チアゾールー2-イル]-3-(4-メタンスルホニリーフェノキシ)ベンズアミドの調製

製造例 9 の化合物は、製造例 8 9で得られた 3 - (4 - メタンスルホニルーフェノキシ) - 5 - メトキシメトキシー安息香酸メチルエステル、(2 R) - 1 - (t - ブチルジメチルシロキシ) - 2 - ヒドロキシプロパン及び 2 - アミノー4 - (1 - ヒドロキシー1 - メチルーエチル) - チアゾールを用いて、製造例 8 9 と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより白色固体として得られた。

¹HNMR (CDC1₃) δ : 1. 33 (3H, d, J=6. 2Hz), 1. 6 1 (6H, s), 3. 08 (3H, s), 3. 75-3. 84 (2H, m), 4. 55-4. 65 (1H, m), 6. 77 (1H, s), 6. 88 (1H, t, J 15 = 2. 0Hz), 7. 16 (2H, d, J=8. 7Hz), 7. 28 (1H, b r), 7. 45 (1H, br), 7. 95 (2H, d, J=8. 7Hz) ESI-MS (m/e): 507 [M+H] ⁺

製造例100

5

10

15

N-(4-シアノーチアゾール-2-イル)-5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)ベンズアミドの調製

製造例 100 の化合物は、製造例 89 で得られた 3-(4-メタンスルホニルーフェノキシ) <math>-5-メトキシメトキシー安息香酸メチルエステル、(<math>2R) -1-(t-プチルジメチルシロキシ) -2-ヒドロキシプロパン及び <math>2-アミノ-4-シアノ-チアゾールを用いて、製造例 <math>89 と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより無色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ: 1. 32 (d, 3H, J=6. 2Hz), 2. 4 8 (brs, 1H), 3. 12 (s, 3H), 3. 75-3. 85 (m, 2H), 4. 59-4. 62 (m, 1H), 6. 88 (s, 1H), 7. 15 (d, 2H, J=8. 8Hz), 7. 22 (s, 1H), 7. 38 (s, 1H), 7. 70 (s, 1H), 7. 94 (d, 2H, J=8. 8Hz), 10. 52 (brs, 1H) ESI-MS (m/e): 474 [M+H] +, 472 [M-H] -製造例101

WO 2004/076420 PCT/JP2004/002284 201

5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-(4-メ<u>タンスル</u>ホニル フェノキシ) - N - (1 - メチル - 1 H - ピラゾール - 3 - イル) ベンズアミド の調製

製造例101の化合物は、製造例89で得られた3- (4-メタンスルホニル 5 -フェノキシ)-5-メトキシメトキシー安息香酸メチルエステル、(2R)-1- (t-ブチルジメチルシロキシ)-2-ヒドロキシプロパン及び3-アミノ -1-メチル-1H-ピラゾールを用いて、製造例89と同様の方法、これに準 じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより白色結晶として得られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ : 1. 31 (d, 3H, J=6. 3Hz), 3. 0 10 8 (s, 3H), 3. 77 (m, 2H), 3. 81 (s, 3H), 4. 57 (m, 1H), 6. 78 (m, 1H), 6. 82 (m, 1H), 7. 11 (m, 1H), 7. 15 (d, 2H, J=8.9Hz), 7. 30 (m, 2H), 7. 93 (d, 2H, J=8.9Hz), 8.45 (br, 1H)

ESI-MS (m/e) : 466 [M+H] +15 製造例102

5-(1-ヒドロキシメチループロポキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェ 20 ノキシ)-N-(ピリジン-2-イル)ベンズアミドの調製

製造例102の化合物は、製造例89で得られた3-(4-メタンスルホニル -フェノキシ)-5-メトキシメトキシ-安息香酸メチルエステル、(2R)-1-(tert-プチルジメチルシロキシ)-2-ヒドロキシプロパンの代わり

に用いた(2R) -1-(tert-ブチルジメチルシロキシ) -2-ヒドロキシブタン及び2-アミノーピリジンを用いて、製造例89と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより無色アモルファスとして得られた。

1 HNMR (CDCl₃) δ:1.01 (t, 3H, J=7.7Hz), 1.7 6 (qd, 2H, J=7.7, 6.2Hz), 2.10 (brs, 1H), 3.09 (s, 3H), 3.78-3.88 (m, 2H), 4.38-4.44 (m, 1H), 6.86 (s, 1H), 7.10 (dd, 1H, J=4.0, 8.4Hz), 7.15 (d, 2H, J=9.2Hz), 7.17 (s, 1H), 7.3 (d, 2H, J=9.2Hz), 8.4, 8.4Hz), 7.93 (d, 2H, J=9.2Hz), 8.29 (d, 1H, J=4.0Hz), 8.34 (d, 1H, J=8.4Hz), 8.62 (brs, 1H) ESI-MS (m/e):457 [M+H] + 製造例103

15

5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-(5-メチルーイソチアゾール-3-イル)ペンズアミドの

20 調製

製造例103の化合物は、製造例89で得られた3-(4-メタンスルホニル-フェノキシ)-5-メトキシメトキシー安息香酸メチルエステル、(<math>2R)-1-(t-プチルジメチルシロキシ)-2-ヒドロキシプロパン及び<math>3-アミノ

- 5 - メチルーイソチアゾールを用いて、製造例 8 9 と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより白色アモルファスとして得られた。

PCT/JP2004/002284

¹HNMR (CDC1₃) δ : 1. 30 (d, 3H, J=6. 2Hz), 2. 5 8 (s, 3H), 3. 07 (s, 3H), 3. 75 (m, 2H), 4. 57 (m, 1H), 6. 82 (m, 1H), 7. 13 (d, 2H, J=8. 9Hz), 7. 15 (m, 1H), 7. 31 (m, 1H), 7. 73 (m, 1H), 7. 92 (d, 2H, J=8. 9Hz), 9. 12 (br, 1H) ESI-MS (m/e): 463 [M+H] ⁺

10 製造例104

15

20

<u>5-(3-ヒドロキシーシクロペンチルオキシ)-3-(4-メタンスルホニル</u>フェノキシ)-N-(チアゾール-2-イル)ベンズアミドの調製

製造例104の化合物は、製造例89で得られた3-(4-メタンスルホニルーフェノキシ)-5-メトキシメトキシー安息香酸メチルエステル、(2R)-1-(t-ブチルジメチルシロキシ)-2-ヒドロキシプロパンの代わりに3-(tert-ブチルジフェニルシロキシ)シクロペンタノール及び2-アミノーチアゾールを用いて、製造例89と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより無色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ : 1. 92 (m, 6H), 3. 08 (s, 3H), 4. 39 (s, 1H), 4. 82-4. 84 (s, 1H), 6. 82 (t, 1H, J=1. 9Hz), 7. 00 (d, 1H, J=3. 6Hz), 7. 13 (d, 2 H, J=8. 6Hz), 7. 16 (d, 1H, J=1. 9Hz), 7. 23 (d, 1 H, J=3.6 Hz), 7. 3 4 (d, 1 H, J=1.9 Hz), 7. 9 2 (d, 2 H, J=8.6 Hz)

ESI-MS (m/e) : 475 [M+H] +

製造例105

5

<u>5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-3-(4-メタンスルホニル</u>フェノキシ)-N-(5-メトキシ-チアゾール-2-イル)ベンズアミドの調

10 製

15

製造例105の化合物は、製造例89で得られた3-(4-メタンスルホニルーフェノキシ)-5-メトキシメトキシー安息香酸メチルエステル、(2R)-1-(tープチルジメチルシロキシ)-2-ヒドロキシプロパン及び2-アミノー5-メトキシーチアゾールを用いて、製造例89と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより白色固体として得られた。

¹HNMR (CDC1₃) δ : 1. 28 (d, 3H, J=6. 2Hz), 3. 0 7 (s, 3H), 3. 75 (d, 2H, J=5. 6Hz), 3. 87 (s, 3H), 4. 57 (m, 1H), 6. 52 (s, 1H), 6. 81 (m, 1H), 7. 1 2 (d, 2H, J=8. 8Hz), 7. 17 (m, 1H), 7. 31 (m, 1H),

20 7. 90 (d, 2H, J=8.8Hz), 11. 5 (br, 1H) ESI-MS (m/e): 479 [M+H] +

製造例106

<u>5-(1-ヒドロキシメチル-2-メチル-プロポキシ)-3-(4-メタンス</u>ルホニルフェノキシ)-N-(チアゾール-2-イル)ベンズアミドの調製

5 製造例106の化合物は、製造例89で得られた3-(4-メタンスルホニルーフェノキシ)-5-メトキシメトキシー安息香酸メチルエステル、(2R)-1-(tープチルジメチルシロキシ)-2-ヒドロキシプロパンの代わりに1-(tertープチルジメチルシロキシ)-3-メチループタン-2-オール及び2-アミノーチアゾールを用いて、製造例89と同様の方法、これに準じた方法2はこれらと常法とを組み合わせることにより____として白色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ : 0. 97 (m, 6H), 2. 05 (m, 1H), 3. 07 (s, 3H), 3. 83 (m, 2H), 4. 22 (m, 1H), 6. 8 4 (m, 1H), 6. 96 (d, 1H, J=3. 7Hz), 7. 11 (d, 2H, J=8. 9Hz), 7. 18 (m, 1H), 7. 23 (d, 1H, J=3. 7Hz), 7. 39 (m, 1H), 7. 91 (d, 2H, J=8. 8Hz), 12. 0 (br, 1H)

ESI-MS (m/e) : 477 [M+H] +

製造例107

5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ) -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -N-(1H-[1, 2, 3]トリアゾールー4-イル) ベンズア

5 ミドの調製

10

15

製造例107の化合物は、製造例89で得られた3-(4-メタンスルホニルーフェノキシ)-5-メトキシメトキシー安息香酸メチルエステル、(2R)-1-(t-プチルジメチルシロキシ)-2-ヒドロキシプロパン及び4-アミノー1H-[1,2,3]トリアゾールを用いて、製造例89と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより無色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ:1. 31 (d, 3H, J=6. 2Hz), 3. 11 (s, 3H), 3. 34 (s, 1H), 3. 67-3. 68 (m, 2H), 4. 56-4. 60 (m, 2H), 6. 93 (s, 1H), 7. 21 (d, 2H, J=8. 8Hz), 7. 25 (s, 1H), 7. 43 (s, 1H), 7. 94 (d, 2H, J=8. 8Hz), 8. 08 (brs, 1H) ESI-MS (m/e):433 [M+H] +, 431 [M-H] - 製造例108

N-(1-Pセチル-1H-ピラゾール-3-イル)-5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) ベンズアミ

5 ドの調製

10

15

製造例108の化合物は、製造例89で得られた3-(4-メタンスルホニルーフェノキシ)-5-メトキシメトキシー安息香酸メチルエステル、(2R)-1-(tープチルジメチルシロキシ)-2-ヒドロキシプロパン及び3-アミノー1-アセチルー1H-ピラゾールを用いて、製造例89と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより白色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ : 1. 36 (d, 3H, J=6. 3Hz), 2. 6 5 (s, 3H), 3. 12 (s, 3H), 3. 82 (m, 2H), 4. 61 (m, 1H), 6. 89 (m, 1H), 7. 16-7. 22 (m, 4H), 7. 35 (m, 1H), 7. 98 (d, 2H, J=8. 8Hz), 8. 22 (d, 1H, J=3. 0Hz), 8. 46 (br, 1H)

ESI-MS (m/e) : 474 [M+H] +

製造例109

<u>5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-(4-メタンスルホニル</u>フェノキシ)-N-(ピラゾール-3-イル)ベンズアミドの調製

5 製造例109の化合物は、製造例89で得られた3-(4-メタンスルホニルーフェノキシ)-5-メトキシメトキシー安息香酸メチルエステル、(2R)-1-(tーブチルジメチルシロキシ)-2-ヒドロキシプロパン及び3-アミノーピラゾールを用いて、製造例89と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより____として白色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDC1₃) δ : 1. 26 (d, 3H, J=6. 3Hz), 3. 0 5 (s, 3H), 3. 73 (m, 2H), 4. 52 (m, 1H), 6. 75 (m, 2H), 7. 06 (d, 2H, J=8. 8Hz), 7. 14 (m, 1H), 7. 32 (m, 1H), 7. 46 (m, 1H), 7. 85 (d, 2H, J=8. 8Hz), 9. 72 (br, 1H)

ESI-MS (m/e):432 [M+H] + 製造例110

N-(5,6-ジヒドロ-4H-シクロペンタチアゾール-2-イル)-5-(2 -ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキ シ) ベンズアミドの調製

製造例110の化合物は、製造例89で得られた3-(4-メタンスルホニルーフェノキシ)-5-メトキシメトキシー安息香酸メチルエステル、(2R)-1-(t-ブチルジメチルシロキシ)-2-ヒドロキシプロパン及び2-アミノー5,6-ジヒドロー4H-シクロペンタンチアゾールを用いて、製造例89と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより無色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ: 1. 28 (d, 3H, J=6. 2Hz), 2. 44 (tt, 2H, J=7. 0, 7. 0Hz), 2. 61 (t, 2H, J=7. 0Hz), 2. 90 (t, 2H, J=7. 0Hz), 3. 08 (s, 3H), 3. 70-3. 76 (m, 2H), 4. 51-4. 55 (m, 1H), 6. 76 (s, 1H), 7. 10 (d, 2H, J=8. 8Hz), 7. 12 (s, 1H), 7. 28 (s, 1H), 7. 90 (d, 2H, J=9. 2Hz) ESI-MS (m/e): 489 [M+H] +, 487 [M-H] - 製造例111

5-(1-ヒドロキシメチループロポキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェ / +シ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル) ベンズアミドの調

5 製

10

製剤例111の化合物は、製造例89で得られた3-(4-メタンスルホニルーフェノキシ)-5-メトキシメトキシー安息香酸メチルエステル、(2R)-1-(tertーブチルジメチルシロキシ)-2-ヒドロキシプロパンの代わりに(2R)-1-(tertーブチルジメチルシロキシ)-ブタン-2-オール及び3-アミノ-1-メチル-1H-ピラゾールを用いて、製造例89と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより白色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ: 0. 93 (t, 3H, J=7. 5Hz), 1. 6 9 (quintet, 1H, J=7. 5Hz), 2. 75 (t, 1H, J=6. 15 2Hz), 3. 06 (s, 3H), 3. 74 (s, 3H), 3. 70-3. 80 (m, 2H), 4. 33 (m, 1H), 6. 77 (m, 2H), 7. 09 (d, 2H, J=8. 8Hz), 7. 11 (m, 1H), 7. 27 (m, 2H), 7. 99 (d, 2H, J=8. 8Hz), 9. 03 (br, 1H) ESI-MS (m/e): 460 [M+H] ⁺

20 製造例112

5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ) <math>-3-(4-メタンスルホニル フェノキシ) -N-(チェノ[3, 2-d] チアゾール-2-イル) ベンズアミ

5 ドの調製

¹HNMR (CDCl₃) δ:1.30 (d, 3H, J=6.2Hz), 2.05 (brs, 1H), 3.09 (s, 3H), 3.76-3.78 (m, 2H), 4.55-4.57 (m, 1H), 6.84 (s, 1H), 7.15 11 (d, 2H, J=8.8Hz), 7.11 (s, 1H), 7.19 (s, 1H), 7.36 (s, 1H), 7.38 (s, 1H), 7.92 (d, 2H, J=8.8Hz), 10.42 (brs, 1H) ESI-MS (m/e):505 [M+H] +, 503 [M-H] - 製造例113

WO 2004/076420 PCT/JP2004/002284 212

3 - (3 - 7)ルオロー4 - 8タンスルホニルフェノキシ)-5 - (2 - 8) 2 - 1 - 8 2 - 1 - 8 2 - 1 - 8 2 - 1 - 8 2 - 1 - 1 2 -

5 ベンズアミドの調製

製造例113の化合物は、製造例42と同様の方法により得られた3-(3-フルオロ-4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-ヒドロキシー安息香酸メチルエステル、(2R)-1-(t-ブチルジメチルシロキシ)-2-ヒドロキシプロパン及び3-アミノ-1-メチル-1H-ピラゾールを用いて、製造例2と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより白色結晶として得られた。

¹HNMR (CDC1₃) δ : 1. 31 (d, 3H, J=6. 3Hz), 2. 2 0 (t, 1H, J=6. 5Hz), 3. 23 (s, 3H), 3. 77 (m, 2H), 3. 80 (s, 3H), 4. 57 (sextet, 1H, J=4. 5Hz), 6. 79-6. 93 (m, 4H), 7. 14 (m, 1H), 7. 30 (m, 1H), 7. 33 (m, 1H), 7. 92 (t, 1H, J=8. 4Hz), 8. 57 (br, 1H)

ESI-MS (m/e) : 464 [M+H] +

製造例114

10

3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-(2-メトキシ-1-メチルーエトキシ)-N-(ピラゾール-3-イル)ベンズアミドの調製

5 製造例114の化合物は、製造例89で得られた3-(4-メタンスルホニルーフェノキシ)-5-メトキシメトキシー安息香酸メチルエステル、(2R)-1-メトキシ-2-プロパノール及び3-アミノーピラゾールを用いて、製造例89と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより白色アモルファスとして得られた。

ESI-MS (m/e) : 446 [M+H] +

製造例115

3-(4-)アノーフェノキシ) -5-(2-)ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ) -N-(1-メチル-1 H-ピラゾール-3 -イル) ベンズアミドの調製

製造例115の化合物は、5-ヒドロキシ-3-メトキシメトキシ安息香酸メチルエステル及びp-シアノフェニルホウ酸を用いて、製造例1と同様の方法で得られた3-(4-シアノ-フェノキシ)-5-メトキシメトキシー安息香酸メチルエステル、(2R)-1-(t-ブチルジメチルシロキシ)-2-ヒドロキシプロパン及び3-アミノ-1-メチル-1H-ピラゾールを用いて、製造例89と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより無色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ : 1. 30 (d, 3H, J=6. 2Hz), 2. 31 (brs, 1H), 3. 76-3. 79 (m, 2H), 3. 79 (s, 3H), 4. 54 (qt, 1H, J=6. 2Hz, 4. 0Hz), 6. 77 (d, 1H, J=2. 2Hz), 6. 78 (s, 1H), 7. 07 (d, 2H, J=8. 8Hz), 7. 09 (s, 1H), 7. 27 (s, 1H), 7. 28 (d, 1H, J=2. 2Hz), 7. 63 (d, 2H, 8. 8Hz), 8. 64 (brs, 1H)

ESI-MS (m/e) : 393 [M+H] +

製造例116

10

5 の調製

製造例116の化合物は、5-ヒドロキシ-3-メトキシメトキシ安息香酸メチルエステル及びp-エチルチオフェニルホウ酸を用いて、製造例1と同様の方法で得られた3-(4-エチルチオーフェノキシ)-5-メトキシメトキシー安息香酸メチルエステルのメトキシメチル基を脱保護して得られた3-(4-エチルチオーフェノキシ)-5-ヒドロキシー安息香酸メチルエステル、(2R)-1-(t-ブチルジメチルシロキシ)-2-ヒドロキシプロパン及び3-アミノー1-メチル-1H-ピラゾールを用いて、製造例2と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより無色アモルファスとして得られた。

15 HNMR (CDCl₃) δ: 1. 32 (d, 3H, J=6. 2Hz), 1. 33 (t, 3H, J=7. 7Hz), 2. 05 (brs, 1H), 3. 14 (q, 2H, J=7. 7Hz), 3. 75-3. 79 (m, 2H), 3. 8 1 (s, 3H), 4. 56 (qt, 1H, J=6. 2, 3. 7Hz), 6. 78 (s, 1H), 6. 81 (d, 1H, J=2. 2Hz), 7. 11 (s, 20 1H), 7. 12 (d, 2H, J=8. 8Hz), 7. 28 (d, 1H, J=2. 2Hz), 7. 28 (s, 1H), 7. 87 (d, 2H, J=8. 8Hz), 8. 41 (brs, 1H)

ESI-MS (m/e): 460 [M+H] + 458 [M, H] -

ESI-MS (m/e):460 [M+H] +, 458 [M-H] -製造例117

15

20

3-(6-x9)スルホニルピリジン-3-(2-x)5 シー1-xチルーエトキシ)-N-(1-x)チルー1Hーピラゾールー3-(1-x)インズアミドの調製

5-ヒドロキシー3-メトキシメトキシ安息香酸メチルエステル100mg (0.47mmo1)のN, Nージメチルホルムアミド溶液 (1.0ml)に5ープロモー2-エタンスルホニルピリジン178mg (0.71mmol)及び炭酸セシウム232mg (0.71mmol)を加えた後、窒素雰囲気下、100度で2.5時間攪拌した。反応液に酢酸エチルエステル及び塩化アンモニウム水溶液を添加し、水層を酢酸エチルエステルで抽出後、有機層を飽和食塩水溶液で洗浄し、乾燥後、減圧下に濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチルエステル=1:1)により精製し、3-(6-エタンスルホニルーピリジン-3-イルオキシ)-5-メトキシメトキシ安息香酸メチルエステル165mg (収率:91%)を無色油状物として得た。

得られたエステル体 1 1. 8 g (3 0. 9 mm o 1) の塩化メチレン溶液 (5 0. 0 m 1) に、トリフルオロ酢酸 3 0. 0 m 1 を加え、反応液を室温で 5 時間 攪拌した。反応液を減圧濃縮し、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン:酢酸エチルエステル= 2:1) により精製し、3 ー (6 ーエタンスルホニルーピリジンー3 ーイルオキシ) ー5ーヒドロキシ安息香酸メチルエステル 8. 8 6 g (収率:85%) を無色油状物として得た。

得られたフェノール体1.00g(2.97mmol)のテトラヒドロフラン溶液(30.0ml)に(2R)-1-(t-プチルジメチルシロキシ)-2-

ヒドロキシプロパン1,02g(5.34mmo1)及びトリフェニルホスフィン1.40g(5.34mmo1)加えた後、ジエチルアゾジカルボキシレートの40%トルエン溶液2.42m1(5.34mmo1)を氷冷下で加え、室温で1時間攪拌した。反応液を減圧下に濃縮し、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチルエステル=3:2)により精製し、3-((1S)-2-(t-ブチルジメチルシロキシ)-1-メチルーエトキシ)-5-(6-エタンスルホニルーピリジン-3-イルオキシ)-安息香酸メチルエステル1.31g(収率:87%)を無色油状物として得た。

製造例117の化合物は、得られた3-((1S)-2-(t-ブチルジメチ10 ルシロキシ)-1-メチルーエトキシ)-5-(6-エタンスルホニルーピリジン-3-イルオキシ)-安息香酸メチルエステル及び3-アミノ-1-メチルピラゾールを用いて、製造例2と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより無色アモルファスとして得られた。

1 HNMR (CDC1₃) δ: 1. 32 (d, 3H, J=6.2Hz), 1. 33 (t, 3H, J=7.3Hz), 3. 40 (q, 2H, J=7.3Hz), 3. 75-3.77 (m, 2H), 3. 81 (s, 3H), 4. 54-4. 59 (m, 1H, J=6.2, -Hz), 6. 76 (d, 1H, J=2.2Hz), 6. 81 (dd, 1H, J=2.2, 2.2Hz), 7. 14 (dd, 1H, J=2.2, 1.7Hz), 7. 28 (d, 1H, J=2.2Hz), 7. 32 (d, 1H, J=2.2, 1.7Hz), 7. 43 (dd, 1H, J=8.8, 2.6Hz), 8. 05 (d, 1H, J=8.8Hz), 8. 45 (brs, 1H), 8. 47 (d, 1H, J=2.6Hz) ESI-MS (m/e): 461 [M+H] +, 459 [M-H] - 製造例118

5 ドの調製

3-(4-エタンスルホニルフェノキシ)-5-(2-ヒドロキシ-1-メチル -エトキシ) -N- (イソキサゾール-3-イル) ベンズアミドの調製

製造例119の化合物は、5-ヒドロキシ-3-メトキシメトキシ安息香酸メ チルエステル及びp-エチルチオフェニルホウ酸を用いて、製造例1と同様の方 法で得られた3-(4-エチルチオーフェノキシ)-5-メトキシメトキシー安 息香酸メチルエステルのメトキシメチル基を脱保護して得られた3-(4-エチ ルチオーフェノキシ)-5-ヒドロキシー安息香酸メチルエステル、(2R)-1-(t-ブチルジメチルシロキシ)-2-ヒドロキシプロパン及び3-アミノ 10 -イソキサゾールを用いて、製造例2と同様の方法、これに準じた方法又はこれ らと常法とを組み合わせることにより無色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ : 1. 32 (t, 3H, J=7. 4Hz), 1. 32 (d, 3H, J=6. 3Hz), 3. 13 (q, 2H, J=7. 4Hz), 3. 76-3. 79 (m, 2H), 4.56-4. 62 (m, 1H), 6.8715 (t, 1H, J=1.8Hz), 7.14(d, 2H, J=8.7Hz), 7.16 (d, 1H, J=1.8Hz), 7.26 (d, 1H, J=1.8Hz),7. 31 (s, 1H), 7. 93 (d, 2H, J=8. 7Hz), 8. 34 (s, 1H),

ESI-MS (m/e) : 477 [M+H] +20 製造例120

<u>5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-(4-イソプロピルスル</u> ホニルフェノキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル)ベンズ

5 アミドの調製

10

製造例120の化合物は、5-ヒドロキシー3-メトキシメトキシ安息香酸メチルエステル及びp-イソプロピルチオフェニルホウ酸を用いて、製造例1と同様の方法で得られた3-(4-イソプロピルチオーフェノキシ)-5-メトキシメトキシー安息香酸メチルエステルのメトキシメチル基を脱保護して得られた3-(4-イソプロピルチオーフェノキシ)-5-ヒドロキシー安息香酸メチルエステル、(2R)-1-(t-ブチルジメチルシロキシ)-2-ヒドロキシプロパン及び3-アミノー1-メチルー1H-ピラゾールを用いて、製造例2と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより無色アモルファスとして得られた。

15 HNMR (CDCl₃) δ: 1. 32 (d, 3H, J=6. 2Hz), 1. 3
2 (d, 6H, J=7. 0Hz), 3. 20 (septet, 1H, J=7. 0
Hz), 3. 76-3. 77 (m, 2H), 3. 79 (s, 3H), 4. 55 (q
t, 1H, J=6. 2, 4. 0Hz), 6. 79 (d, 1H, J=2. 2Hz),
6. 80 (s, 1H), 7. 10 (d, 2H, J=8. 8Hz), 7. 13 (s,
20 1H), 7. 29 (d, 1H, J=2. 2Hz), 7. 29 (s, 1H), 7.
83 (d, 2H, J=8. 8Hz), 8. 61 (brs, 1H)
ESI-MS (m/e): 474 [M+H] +, 472 [M-H] 製造例121

5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-N-(4-ヒドロキシ-4-5 メチルー4, 5, 6, 6 aーテトラヒドロー3 a Hーシクロペンタチアゾールー 2-イル)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)ベンズアミドの調製

製造例121の化合物は、製造例89で得られた3-(4-メタンスルホニル -フェノキシ) -5-メトキシメトキシ-安息香酸メチルエステル、(2R) -1-(t-プチルジメチルシロキシ)-2-ヒドロキシプロパン及び2-アミノ クロペンタチアゾールを用いて、製造例89と同様の方法、これに準じた方法又 はこれらと常法とを組み合わせることにより無色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDC1₃) δ : 1. 27-1. 33 (3H, m), 1. 60 (3 H, s), 2. 56 (2H, m), 2. 75-3. 07 (2H, m), 3. 08 (3H, s), 3. 74-3. 82 (2H, m), 4. 53-4. 65 (1H, m)m), 6. 75-6. 83 (1H, m), 7. 11-7. 20 (3H, m), 7. 29-7.35 (1H, m), 7.93 (2H, d, J=8.9Hz) ESI-MS (m/e) : 519 [M+H] +

製造例122

10

3-(4-ジメチルカルバモイル-フェノキシ)-5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル)ベンズ

アミドの調製 5

15

製造例122の化合物は、5ーヒドロキシー3-メトキシメトキシ安息香酸メ チルエステル及びp-ホルミルフェニルホウ酸を用いて、製造例1と同様の方法 で得られた3-(4-ホルミルーフェノキシ)-5-メトキシメトキシー安息香 酸メチルエステルのホルミル基をカルボキシル基に変換後、ジメチルアミンとの 10 縮合反応により得られた3-(4-ジメチルカルバモイル-フェノキシ)-5-メトキシメトキシー安息香酸メチルエステルのメトキシメチル基を脱保護して得 られた3-(4-ジメチルカルバモイル-フェノキシ)-5-ヒドロキシー安息 香酸メチルエステル、(2R)-1-(t-ブチルジメチルシロキシ)-2-ヒ ドロキシプロパン及び3-アミノ-1-メチル-1H-ピラゾールを用いて、製 造例2と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせること により無色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ : 1. 33 (d, 3H, J=6. 2Hz), 2. 11 (brs, 1H), 3.08 (s, 3H), 3.13 (s, 3H), 74-3.81 (m, 2H), 3.83 (s, 3H), 4.54-4.58(m, 1H), 6.77 (s, 1H), 6.80 (s, 1H), 7.06 20 (d, 2H, J=7.7Hz), 7.10 (s, 1H), 7.26 (s, 1H), 7.30 (s, 1H), 7.46 (d, 2H, J=7.7Hz), 8. 49 (brs, 1H)

ESI-MS (m/e): 439 [M+H] +, 437 [M-H] -

製造例123

15

20

3- (4-アセチルフェノキシ) -5- (2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキ <u>シ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル)ペンズアミドの調製</u>

製造例123の化合物は、製造例122と同様の方法により得られた3-(4 -ホルミル-フェノキシ) -5-メトキシメトキシ-安息香酸メチルエステルの ホルミル基をメチルマグネシウムプロミドと反応させ、引き続き酸化反応により 得られた3-(4-アセチル-フェノキシ)-5-メトキシメトキシー安息香酸 10 メチルエステルのメトキシメチル基を脱保護して得られた3-(4-アセチルー フェノキシ) -5-ヒドロキシ-安息香酸メチルエステル、(2R)-1-(t - プチルジメチルシロキシ) - 2 - ヒドロキシプロパン及び3-アミノ-1-メ チル-1H-ピラゾールを用いて、製造例2と同様の方法、これに準じた方法又 はこれらと常法とを組み合わせることにより無色アモルファスとして得られた。

 1 HNMR (CDCl₃) δ : 1. 30 (d, 3H, J=6. 2Hz), 2. 59 (s, 3H), 3.75-3.76 (m, 2H), 3.79 (s, 3H), 4. 52-4. 56 (m, 1H, J=6. 2, -Hz), 6. 78 (d, 1H, J = 2. 2 Hz, dd, 1 H, J = 2. 2, 1.8 Hz), 7.04 (d, 2) H, J=8.8Hz), 7.07 (dd, 1H, J=1.8, 1.8Hz), 7. 25 (dd, 1H, J=2. 2, 1.8Hz), 7. 26 (d, 1H, J=2.2Hz), 7.95 (d, 2H, J=8.8Hz), 8.52 (br s. 1H)

ESI-MS (m/e) : 410 [M+H] +, 408 [M-H] -

製造例124

5 5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル)-3-(1,3,4-チアジアゾール-2-イルスルファニル)ベンズアミドの調製

製造例124の化合物は、3-ヒドロキシ-5-ヨード安息香酸メチルエステル、1-tert-ジメチルシロキシ-2-ヒドロキシプロパン、2-メルカプト-[1,3,4]チアジアゾール及び3-アミノ-1-メチル-1H-ピラゾールを用いて製造例74又は82と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることによりとして無色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ: 1. 31 (3H, d, J=6. 2Hz), 3. 74-3. 79 (2H, m), 3. 82 (3H, s), 4. 54-4. 63 (1 H, m), 6. 78 (1H, d, J=2. 2Hz), 7. 30 (1H, d, J=2. 3Hz), 7. 39 (1H, m), 7. 54 (1H, m), 7. 69 (1H, m), 8. 55 (1H, br), 9. 05 (1H, s) ESI-MS (m/e): 392 [M+H] +

製造例125

N-(1-エチル-1H-ピラゾール-3-イル)-5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)ベンズアミドの調

5 製

10

製造例125の化合物は、製造例89で得られた3-(4-メタンスルホニルーフェノキシ)-5-メトキシメトキシー安息香酸メチルエステル、(2R)-1-(tーブチルジメチルシロキシ)-2-ヒドロキシプロパン及び3-アミノー1-エチル-1H-ピラゾールを用いて、製造例89と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより白色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ:1. 30 (d, 3H, J=6. 2Hz), 1. 4 3 (t, 3H, J=7. 3Hz), 3. 07 (s, 3H), 3. 76 (m, 2H), 4. 05 (q, 2H, J=7. 3Hz), 4. 56 (m, 1H), 6. 79 (m, 2H), 7. 12 (d, 2H, J=8. 8Hz), 7. 14 (m, 1H), 7. 30 (m, 1H), 7. 33 (m, 1H), 7. 92 (d, 2H, J=8. 8Hz), 8. 70 (br, 1H) ESI-MS (m/e):460 [M+H] ⁺ 製造例126

5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-(6-メタンスルホニル ピリジン-3-イルオキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル)

5 ベンズアミドの調製

10

製造例126の化合物は、5-ヒドロキシ-3-メトキシメトキシ安息香酸メチルエステル、5-プロモ-2-メタンスルホニルピリジン、(2R)-1-(t-ブチルジメチルシロキシ)-2-ヒドロキシプロパン及び3-アミノ-1-メチル-1H-ピラゾールを用いて、製造例117と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより白色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ: 1. 29 (d, 3H, J=6. 3Hz), 3. 2 2 (s, 3H), 3. 75 (m, 2H), 3. 78 (s, 3H), 4. 55 (m, 1H), 6. 75 (m, 1H), 6. 78 (m, 1H), 7. 11 (m, 1H), 7. 26 (m, 1H), 7. 29 (m, 1H), 7. 42 (dd, 1H, J=2. 9, 8. 5Hz), 8. 03 (d, 1H, J=8. 5Hz), 8. 44 (d, 1 H, J=2. 9Hz), 8. 65 (br, 1H) ESI-MS (m/e): 447 [M+H] ⁺

20 製造例127

20

5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-(4-メトキシカルボニ ルアミノメチルーフェノキシ)-N- (3-メチル-1, 2, 4-チアジアゾー ルー5-イル)ベンズアミドの調製

製造例127の化合物は、5-ヒドロキシ-3-イソプロポキシ安息香酸メチ ルエステルの代わりに5-ヒドロキシ-3-メトキシメトキシ安息香酸メチルエ ステルを用いて製造例59と同様の方法により得られた3-(4-メトキシカル ボニルアミノメチルフェノキシ)-5-メトキシメトキシー安息香酸メチルエス 10 テルのメトキシメチル基を脱保護して得られた3-(4-メトキシカルボニルア ミノメチルフェノキシ) -5-ヒドロキシ-安息香酸メチルエステル、(2R) -1-(t-ブチルジメチルシロキシ)-2-ヒドロキシプロパン及び5-アミ ノー3-メチルー[1, 2, 4]ーチアジアゾールを用いて、製造例2と同様の 方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより として無色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDC1₃) δ : 1. 29 (d, 3H, J=6. 2Hz), 2. 45 (s, 3H), 3.71 (s, 3H), 3.73-3.78 (m, 2H), 4. 35 (d, 2H, J=6. 2Hz), 4. 50-4. 57 (m, 1H, J=6.2Hz, -), 5.08(brs, 1H), 6.76(s, 1H), 6. 97 (d, 2H, J=8.3Hz), 7. 01 (s, 1H), 7. 16 (s, 1H), 7. 27 (d, 2H, J=8. 3Hz), 10. 8 (brs, 1 H)

ESI-MS (m/e): 495 [M+Na]⁺, 473 [M+H]⁺, 471 [M-H] -

製造例128

10

5 $\underline{5-(1-ヒドロキシメチループロポキシ)-3-(6-メタンスルホニルピリ ジン-3-イルオキシ)-N-(1-メチルー1H-ピラゾール-3-イル) ベンズアミドの調製$

¹HNMR (CDCl₃) δ: 0. 99 (t, 3H, J=7. 5Hz), 1.

70-1. 77 (m, 2H), 3. 24 (s, 3H), 3. 79-3. 82 (m, 5H), 4. 36-4. 40 (m, 1H), 6. 78 (d, 1H, J=1. 8Hz), 6. 85 (d, 1H, J=1. 8Hz), 7. 13 (s, 1H), 7. 29 (d, 1H, J=2. 3Hz), 7. 34 (d, 1H, J=2. 3Hz), 7. 46 (dd, 1H, J=2. 6, 8. 9Hz), 8. 08 (d, 1H, J=8. 9Hz), 8. 48 (d, 1H, J=2. 6Hz)

ESI-MS (m/e): 461 [M+H] + 製造例129

3-(6-メタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-5-(1-メトキシ メチループロポキシ) -N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル) ベン

ズアミドの調製 5

製造例129の化合物は、5-ヒドロキシ-3-メトキシメトキシ安息香酸メ チルエステル、5-プロモ-2-メタンスルホニルピリジン、(2S)-1-メ トキシー2-ヒドロキシブタン及び3-アミノ-1-メチル-1H-ピラゾール を用いて製造例117と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組 み合わせることにより無色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ : 0. 99 (t, 3H, J=7. 4Hz), 1. 74-1.79 (m, 2H), 3.24 (s, 3H), 3.37 (s, 3H), 3. 56-3. 57 (m, 2H), 3. 79 (s, 3H), 4. 37-4. 40(m, 1H), 6. 79 (s, 1H), 6. 87 (t, 1H, J=1.2Hz), 7. 14 (s, 1H), 7. 29 (d, 1H, J=1. 2Hz), 7. 34 (d, 15 1H, J=1. 2Hz), 7. 45 (dd, 1H, J=2. 0, 8. 6Hz), 8. 06 (d, 1H, J=8.6Hz), 8. 48 (d, 1H, J=2.0Hz) ESI-MS (m/e) : 475 [M+H] +製造例130

 $5- \frac{1}{2}$ $\frac{5- \frac{1}{2}}{2}$ $\frac{5- \frac{1}{2}}{2}$ $\frac{5- \frac{1}{2}}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{$

5 製造例130の化合物は、5-ヒドロキシ-3-メトキシメトキシ安息香酸メ チルエステル、5-プロモ-2-メタンスルホニルピリジン、2-ヒドロキシプ ロパン及び3-アミノ-1-メチル-1H-ピラゾールを用いて製造例117と 同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより白 色アモルファスとして得られた。

10 ¹HNMR (CDC1₃) δ: 1. 35 (d, 6H, J=6. 2Hz), 3. 2 2 (s, 3H), 3. 77 (s, 3H), 6. 75 (septe, 1H, J=6. 2Hz), 6. 74 (m, 1H), 6. 76 (m, 1H), 7. 08 (m, 1H), 7. 24 (m, 1H), 7. 26 (m, 1H), 7. 41 (dd, 1H, J=2. 9, 8. 8Hz), 8. 03 (d, 1H, J=8. 8Hz), 8. 44 (d, 1H, J=2. 9Hz), 8. 64 (br, 1H) ESI-MS (m/e): 431 [M+H] †

5-(2-フルオロ-1-フルオロメチル-エトキシ) -3-(6-メタンスル ホニルピリジン-3-イルオキシ) -N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3 -イル) ベンズアミドの調製

製造例131の化合物は、5-ヒドロキシ-3-メトキシメトキシ安息香酸メ チルエステル、5-プロモ-2-メタンスルホニルピリジン、1,3-ジフルオ ロ-2-プロパノール及び3-アミノ-1-メチル-1H-ピラゾールを用いて、 製造例117と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせ ることにより、白色アモルファスとして得られた。

10 ¹HNMR (CDCl₃) δ: 3. 23 (s, 3H), 3. 75 (s, 3H), 4. 55-4. 61 (m, 2H), 4. 61-4. 80 (m, 3H), 6. 75 (m, 1H), 6. 88 (m, 1H), 7. 18 (m, 1H), 7. 27 (m, 1H), 7. 34 (m, 1H), 7. 43 (dd, 1H, J=2. 4, 8. 4H z), 8. 04 (d, 1H), 8. 44 (d, 1H, J=2. 4Hz), 8. 8 15 4 (br, 1H)

ESI-MS (m/e):467 [M+H] + 製造例132

20

3-(6-x9)スルホニルピリジン-3-(2-x)1 -3-(2-x)2 -1-x3 -12 -13 -14 -14 -15 -16 -17 -17 -17 の調製

製造例132の化合物は、5-ヒドロキシー3-メトキシメトキシ安息香酸メ

チルエステル、5 ープロモー2 ーエタンスルホニルピリジン、(2R) ー1 ー(t e r t ープチルジメチルシロキシ) ー2 ーヒドロキシプロパン及び3 ーアミノーイソキサゾールを用いて製造例1 1 7 と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより無色アモルファスとして得られた。

5 HNMR (CDCl₃) δ: 1. 31 (d, 3H, J=6. 2Hz), 1. 3 2 (t, 3H, J=7. 3Hz), 2. 22 (brs, 1H), 3. 40 (q, 2H, J=7. 3Hz), 3. 75-3. 77 (m, 2H), 4. 56-4. 6 1 (m, 1H, J=6. 2, -Hz), 6. 86 (d, 1H, J=2. 2Hz), 7. 17 (d, 1H, J=2. 2Hz), 7. 26 (d, 1H, 0. 7Hz), 7. 40 (d, 1H, J=2. 2Hz), 7. 43 (dd, 1H, J=8. 8, 2. 9Hz), 8. 04 (d, 1H, J=8. 8Hz), 8. 26 (d, 1H, I=0. 7Hz), 8. 46 (d. 1H, J=2. 9Hz), 9. 83 (brs,

J=0.7 Hz), 8. 46 (d, 1H, J=2.9 Hz), 9. 83 (brs, 1H)

ESI-MS (m/e) : 448 [M+H] +, 446 [M-H] -

15 製造例133

5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-3-(4-メタンスルホニル20 フェニルスルファニル)-N-(1-メチルー1H-ピラゾールー3-イル)ベンズアミドの調製

製造例133の化合物は、3-ヒドロキシ-5-3ード安息香酸メチルエステル、 (2R)-1-(tertープチルジメチルシロキシ)-2-ヒドロキシプロパン、4-メタンスルホニルベンゼンチオール及び3-アミノ-1-メチルー

10 製造例134

20

<u>5-シクロプロピルオキシ-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-(1</u> 15 -メチル-1H-ピラゾール-3-イル) ベンズアミドの調製

製造例134の化合物は、5-ヒドロキシ-3-メトキシメトキシ安息香酸メチルエステル、テトラピニルすず及び酢酸銅を反応させて得られた5-メトキシメトキシ-3-ピニルオキシー安息香酸メチルエステルを、引き続きジエチル亜鉛及びジョードメタンと反応させて得られた3-シクロプロピルオキシ-5-メトキシメトキシー安息香酸メチルエステル、p-メチルチオフェニルホウ酸及び3-アミノ-1-メチル-1H-ピラゾールを用いて、製造例1と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより無色油状物として得られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ : 0. 70-0. 85 (m, 4H), 3. 08 (s,

3H), 3. 78 (m, 1H), 3. 79 (s, 3H), 6. 78 (m, 1H), 6. 91 (m, 1H), 7. 10-7. 14 (m, 3H), 7. 27 (m, 1H), 7. 41 (m, 1H), 7. 90 (d, 2H, J=8. 8Hz), 8. 52 (br, 1H)

5 ESI-MS(m/e):428 [M+H] + 製造例135

10 3-(6-x9)スルホニルピリジン-3-(1-x)+シ)-5-(1-x)+シ メチループロポキシ)-N-(1-x)-ハー(コーパー) ベンズアミドの調製

製造例135の化合物は、5-ヒドロキシ-3-メトキシメトキシ安息香酸メチルエステル、5-プロモ-2-メタンスルホニルピリジン、(2R)-1-メトキシ-2-ヒドロキシブタン及び3-アミノーピラゾールを用いて製造例117と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより無色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ: 0. 98 (t, 3H, J=7. 4Hz), 1. 69-1. 78 (m, 2H), 3. 22 (s, 3H), 3. 38 (s, 3H), 3. 58-3. 59 (m, 2H), 4. 37-4. 43 (m, 1H), 6. 84 20 -6. 85 (m, 2H), 7. 20 (s, 1H), 7. 41-7. 49 (m, 3H), 8. 04 (d, 1H, J=8. 6Hz), 8. 45 (d, 1H, J=2. 6Hz), 9. 92 (brs, 1H) ESI-MS (m/e): 461 [M+H] ⁺

製造例136

15

製造例136の化合物は、製造例89で得られた3-(4-メタンスルホニルーフェノキシ)-5-メトキシメトキシー安息香酸メチルエステル、1,3-ジフルオロ-2-プロパノール及び3-アミノ-1-メチル-1H-ピラゾールを用いて、製造例89と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより無色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDC1₃) δ: 3. 09 (s, 3H), 3. 77 (s, 3H), 4. 59-4. 76 (m, 5H), 6. 78 (s, 1H), 6. 89 (t, 1H, J=2. 0Hz), 7. 13 (d, 2H, J=8. 6Hz), 7. 18 (s, 1H), 7. 29 (d, 1H, J=2. 0Hz), 7. 33 (d, 1H, J=2. 0Hz), 7. 93 (d, 2H, J=8. 6Hz), 8. 76 (brs, 1H) ESI-MS (m/e): 466 [M+H] ⁺ 製造例137

3-(6-x9)スルホニルピリジン-3-(1-x)-1 - 3-(1-x) - 3-(1

製造例137の化合物は、5-ヒドロキシ-3-メトキシメトキシ安息香酸メ チルエステル、5-プロモ-2-エタンスルホニルピリジン、(2R)-1-(t ert-ブチルジメチルシロキシ)-2-ヒドロキシブタン及び3-アミノ-1 -メチル-1H-ピラゾールルを用いて製造例117と同様の方法、これに準じ た方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより無色アモルファスとして得 られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ : 0. 97 (t, 3H, J=7. 4Hz), 1. 32 (t, 3H, J=7. 4Hz), 1. 67-1. 84 (m, 2H), 3. 4 0 (q, 2H, J=7. 4Hz), 3. 74-3. 84 (m, 5H), 4. 33 -4. 40 (m, 1H), 6. 77 (s, 1H), 6. 79 (s, 1H), 7. 15 (s, 1H), 7. 28 (s, 1H), 7. 33 (s, 1H), 7. 43 (dd, 1H, J=2. 6, 8. 8Hz), 8. 05 (d, 1H, J=8. 8Hz), 8. 47 (d, 1H, J=2. 6Hz) ESI-MS (m/e): 475 [M+H] +

20 製造例138

10

5-(6-x9) -(2-x) -(2-x)

5 ンズアミドの調製

製造例138の化合物は、5-ヒドロキシ-3-メトキシメトキシ安息香酸メ チルエステル、5-プロモ-2-エタンスルホニルピリジン、(2R)-2-ヒ ドロキシ-1-メトキシプロパン及び3-アミノ-1-メチル-1H-ピラゾー ルを用いて製造例117と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを 10 組み合わせることにより無色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDC1₃) δ: 1. 34 (t, 3H, J=7. 3Hz), 1. 34 (d, 3H, J=4. 0Hz), 3. 40 (s, 3H), 3. 41 (q, 2H, J=7. 3Hz), 3. 49-3. 60 (m, 2H), 3. 80 (s, 3H), 4. 60 (qt, 1H, J=4. 0, 6. 2Hz), 6. 78 (s, 1H), 6. 83 (d, 1H, J=2. 2Hz), 7. 14 (s, 1H), 7. 28 (d, 1H, J=2. 2Hz), 7. 31 (s, 1H), 7. 42 (dd, 1H, J=8. 4, 2. 6Hz), 8. 05 (d, 1H, J=8. 4Hz), 8. 48 (d, 1H, J=2. 6Hz), 8. 49 (brs, 1H) ESI-MS (m/e): 475 [M+H] +, 473 [M-H] -

20 製造例139

2-[3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イルカルバモイル)-フェノキシ] プロピオン酸-tert-ブラゾールステルの調製

製造例139の化合物は、製造例1で得られた5-ヒドロキシ-3-(4-メ チルチオフェノキシ) 安息香酸メチルエステル、2-ブロモプロピオン酸 ter tブチルエステル及び3-アミノ-1-メチル-1H-ピラゾールを用いて、製 造例1と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせること により無色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ: 1. 44 (9H, s), 1. 60 (3H, d, J=6.8Hz), 3. 07 (3H, s), 3. 81 (3H, s), 4. 69 (1H, q, J=6.8Hz), 6. 77 (1H, br), 7. 10-7. 16 (3H, m), 7. 24 (1H, br), 7. 29 (1H, d, J=2.2Hz), 7. 92 (2H, d, J=8.9Hz), 8. 38 (1H, br) ESI-MS (m/e): 516 [M+H] +

製造例140

10

3 - (6 - x + y) - x + x + y - 2 - x + x + y - 2 - x + x + y - 2 - x + x + y - x +

5 製

10

製造例140の化合物は、5-ヒドロキシ-3-メトキシメトキシ安息香酸メ チルエステル、5-プロモ-2-エタンスルホニルピリジン、(2R)-2-ヒ ドロキシ-1-メトキシプロパン及び3-アミノ-ピラゾールを用いて製造例1 17と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることに より無色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ: 1. 33 (t, 3H, J=7. 3Hz), 1. 34 (d, 3H, J=6. 2Hz), 3. 40 (q, 2H, J=7. 3Hz), 3. 41 (s, 3H), 3. 52-3. 62 (m, 2H), 4. 60-4. 65 (m, 1H, J=6. 2Hz, -Hz), 6. 83 (d, 1H, J=2. 2Hz), 6. 86 (s, 1H), 7. 20 (s, 1H), 7. 42 (d, 1H, J=2. 2Hz), 7. 42 (dd, 1H, J=8. 8, 2. 6Hz), 7. 49 (s, 1H), 7. 04 (d, 1H, J=8. 8Hz), 8. 47 (d, 1H, J=2. 6Hz), 9. 47 (brs, 1H) ESI-MS (m/e): 461 [M+H] +, 459 [M-H] -

20 製造例141

3-(6-メタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-N-(1-メチルー 1H-ピラゾール-3-イル)-5-(テトラヒドロフラン-3-イル)ベンズ アミドの調製

製造例141の化合物は、5-ヒドロキシ-3-メトキシメトキシ安息香酸メチルエステル、5-プロモ-2-メタンスルホニルピリジン、(S)-(+)-3-ヒドロキシテトラヒドロフラン及び3-アミノ-1-メチル-1 H-ピラゾールを用いて製造例117と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより無色油状物として得られた。

¹HNMR (CDC1₃) δ: 2. 15-2. 26 (m, 1H), 2. 26-2. 30 (m, 1H), 3. 24 (s, 3H), 3. 80 (s, 3H), 3. 88-4. 03 (m, 4H), 4. 97 (m, 1H), 6. 76 (m, 2H), 7. 1 1 (t, 1H, J=2. 2Hz), 7. 24 (d, 1H, J=2. 2Hz) 7. 28 (d, 1H, J=2. 2Hz), 7. 44 (dd, 1H, J=2. 9, 8. 4Hz), 8. 05 (d, 1H, J=8. 4Hz), 8. 44 (br, 1H), 8. 45 (d, 1H, J=2. 9Hz) ESI-MS (m/e): 459 [M+H] ⁺ 製造例142

5

N-(1-x+y-1H-y-y-y-y-y-3-y-y-1)-メチルーエトキシ) -3-(6-y-y-y-y-y-y-1)5 ベンズアミドの調製

製造例 142 の化合物は、5-ヒドロキシ-3-メトキシメトキシ安息香酸メチルエステル、5-プロモ-2-メタンスルホニルピリジン、(2R)-1-(tert-)では、(2R)-(tert-)では、

¹HNMR (CDCl₃) δ: 1. 33 (d, 3H, J=6. 2Hz), 1. 4 7 (t, 3H, J=7. 3Hz), 1. 98 (m, 1H), 3. 24 (s, 3H) 3. 77 (m, 2H), 4. 07 (q, 2H, J=7. 3Hz), 4. 58 (m, 15 1H), 6. 77 (d, 1H, J=2. 6Hz), 6. 82 (t, 1H, J=2. 6Hz), 7. 13 (m, 1H), 7. 32 (m, 2H), 7. 45 (dd, 1 H, J=2. 6, 8. 4Hz), 8. 06 (d, 1H, J=8. 4Hz), 8. 34 (br. 1H), 8. 47 (d, 1H, J=2. 6Hz) ESI-MS (m/e): 461 [M+H] +

20 製造例143

<u>5-(2-フルオロ-1-フルオロメチル-エトキシ)-3-(6-メタンスル</u> ホニルピリジン-3-イルオキシ)-N-(ピラゾール-3-イル)ベンズアミ

5 ドの調製

10

製造例143の化合物は、5-ヒドロキシ-3-メトキシメトキシ安息香酸メ チルエステル、5-プロモ-2-メタンスルホニルピリジン、1,3-ジフルオ ロ-2-プロパノール及び3-アミノーピラゾールを用いて、製造例117と同 様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより、白 色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDC1₃) δ : 3. 23 (s, 3H), 4. 55-4. 70 (m, 2H), 4. 70-4. 90 (m, 3H), 6. 79 (m, 1H), 6. 91 (m, 1H), 7. 28 (m, 1H), 7. 42-7. 51 (m, 3H), 8. 04 (d, 1H, J=8. 9Hz), 8. 44 (d, 1H, J=2. 6Hz), 9. 60 (b

15 r, 1H)

ESI-MS (m/e):453 [M+H] + 製造例144

3-(6-メタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-5-(2-メトキシ-1-メチル-エトキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル)ベンズアミドの調製

5 製造例144の化合物は、5-ヒドロキシ-3-メトキシメトキシ安息香酸メ チルエステル、5-プロモ-2-メタンスルホニルピリジン、(2R)-2-ヒ ドロキシ-1-メトキシプロパン及び3-アミノ-1-メチル-1H-ピラゾー ルを用いて、製造例117と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法と を組み合わせることにより、無色油状物として得られた。

10 ¹HNMR (CDCl₃) δ:1.32 (d, 3H, J=6.4Hz), 3.2 (3 (s, 3H), 3.40 (s, 3H), 3.54 (m, 2H), 3.78 (s, 3H), 4.59 (m, 1H), 6.78 (m, 1H), 6.84 (m, 1H), 7.14 (m, 1H), 7.29 (m, 1H), 7.32 (m, 1H), 7.4 (dd, 1H, J=2.6, 8.6Hz), 8.05 (d, 1H, J=8.6Hz), 8.47 (d, 1H, J=2.6Hz), 8.66 (br, 1H) ESI-MS (m/e):461 [M+H] ⁺ 製造例145

20

3-(6-エタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-5-(2-フルオロ-1-フルオロメチル-エトキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル) ベンズアミドの調製

製造例145の化合物は、5-ヒドロキシー3-メトキシメトキシ安息香酸メ

PCT/JP2004/002284 WO 2004/076420 244

チルエステル、5-プロモー2-エタンスルホニルピリジン、1. 3-ジフルオ ロー2-プロパノール及び3-アミノー1-メチルー1H-ピラゾールを用いて、 製造例117と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせ ることにより、無色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDC1₃) δ : 1. 33 (t, 3H, J=7. 42Hz), 3. 5 41 (a. 2H, J=7. 4Hz), 3. 80 (s. 3H), 4. 61-4. 65 (m, 2H), 4.73-4.78 (m, 3H), 6.78 (dd, 1H, J = 2.0, 1.8Hz, 6.91 (d, 1H, J = 2.3Hz), 7.2 3 (dd, 1H, J=1. 8, 1. 6Hz), 7. 30 (d, 1H, J=2. 3 Hz). 7. 38 (dd. 1H, J=2. 0, 1. 6Hz). 7. 16 (dd. 1H, J=8.6, 2.7Hz), 8.08 (d, 1H, J=8.6Hz), 8. 50 (d. 1H. J=2.7 Hz), 8.63 (brs. 1H)ESI-MS (m/e): 481 [M+H]⁺, 479 [M-H]⁻ 製造例146

15

2-[3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-(1-メチル-1H-ピ ラゾール-3-イルカルバモイル)-フェノキシ]プロピオン酸の調製

製造例146の化合物は、製造例139で得られた2-[3-(4-メタンス 20 ルホニルフェノキシ) -5-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イルカルバ モイル) -フェノキシ] プロピオン酸-tert-プチルエステルの有するte rtーブチルエステルをカルボキシル基に変換することによって白色固体として 得られた。エステルをカルボキシル基に変換する方法は、コンプリヘンシブオ ーガニック トランスフォーメーション (Comprehensive Organic Transformations) Richard Lら著、VCH Publishers社、1988年、等)、それに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより行った。

5 ¹HNMR (CD₃OD) δ: 1. 60 (3H, d, J=6.8Hz), 3. 11 (3H, s), 3. 82 (3H, s), 6. 54-6.58 (1H, br), 6. 84 (1H, br), 7. 16-7. 28 (3H, m), 7. 34 (1H, br), 7. 49 (1H, d, J=2.1Hz), 7. 95 (2H, d, J=8.9Hz)

10 ESI-MS (m/e):460 [M+H] + 製造例147

15

20

3-(6-エタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-5-イソプロポキシ -N-(ピラゾール-3-イル)ベンズアミドの調製

製造例147の化合物は、5-ヒドロキシ-3-メトキシメトキシ安息香酸メ チルエステル、5-プロモ-2-エタンスルホニルピリジン、2-ヒドロキシプ ロパン及び3-アミノーピラゾールを用いて製造例117と同様の方法、これに 準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより無色アモルファスとし て得られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ : 1. 32 (t, 3H, J=7. 3Hz), 1. 37 (d, 6H, J=5. 9Hz), 3. 39 (q, 2H, J=7. 3Hz), 4. 60 (septet, 1H, J=5. 9Hz), 6. 76 (dd, 1H, J=2. 2, 2. 2Hz), 6. 84 (s, 1H), 7. 16 (s, 1H), 7.

33 (s, 1H), 7. 40 (dd, 1H, J=8. 8, 2. 6Hz), 7. 5 1 (dd, 1H, J=2. 2, 2. 6Hz), 8. 03 (dd, 1H, J=8. 8, 2. 6Hz), 8. 46 (dd, 1H, J=2. 6, 2. 6Hz), 9. 0 3 (brs, 1H)

5 ESI-MS (m/e):431 [M+H] +, 429 [M-H] -製造例148

10 3-(6-x9)スルホニルピリジン-3-(x)10 3-(6-x9)スルホニルピリジン-3-(x)10 -x10 -x20 -x3 -x40 -x50 -x60 -x70 -x70

製造例148の化合物は、5-ヒドロキシ-3-メトキシメトキシ安息香酸メ チルエステル、5-プロモ-2-エタンスルホニルピリジン、2-ヒドロキシプ ロパン及び3-アミノ-1-メチル-1H-ピラゾールを用いて製造例117と 同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより無 色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ: 1. 34 (t, 3H, J=7. 3Hz), 1. 3
7 (d, 6H, J=5. 9Hz), 3. 41 (q, 2H, J=7. 3Hz), 3.
81 (s, 3H), 4. 60 (septet, 1H, J=5. 9Hz), 6.
20 75-6. 78 (m, 2H), 7. 11 (s, 1H), 7. 26 (s, 1H),
7. 28 (d, 1H, J=2. 2Hz), 7. 42 (dd, 1H, J=8. 8,
2. 9Hz), 8. 05 (d, 1H, J=8. 8Hz), 8. 36 (brs, 1H), 8. 48 (d, 1H, J=2. 9Hz)
ESI-MS (m/e): 445 [M+H] + 443 [M-H]

製造例149

10

5 <u>3-(6-エタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-N-(ピラゾール-3-イル)ベンズアミドの調</u>製

製造例149の化合物は、5-ヒドロキシ-3-メトキシメトキシ安息香酸メ チルエステル、5-プロモ-2-エタンスルホニルピリジン、(2R)-1-(t ert-プチルジメチルシロキシ)-2-ヒドロキシプロパン及び3-アミノー ピラゾールを用いて製造例117と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと 常法とを組み合わせることにより無色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDCl₃ (one drop of CD₃OD)) δ: 1.
29 (d, 3H, J=6. 3Hz), 1. 31 (t, 3H, J=7. 4Hz),
3. 39 (q, 2H, J=7. 4Hz), 3. 70-3. 76 (m, 2H), 4.
55 (septet, 1H, J=6. 3Hz), 6. 77 (s, 1H), 6. 7
9 (d, 1H, J=2. 3Hz), 7. 20 (s, 1H), 7. 37 (s, 1H),
7. 41 (dd, 1H, J=8. 6, 2. 7Hz), 7. 49 (d, 1H, J=2. 3Hz), 8. 02 (d, 1H, J=8. 6Hz), 8. 44 (d, 1H, J=2. 7Hz), 9. 55 (brs, 1H)

ESI-MS (m/e):447 [M+H] +, 445 [M-H] -製造例150

3-(6-エタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-N-(ピリジン-2-イル)ベンズアミドの調製

¹HNMR (CDCl₃) δ: 1. 33 (d, 3H, J=6. 1Hz), 1. 33 (t, 3H, J=7. 4Hz), 3. 41 (q, 2H, J=7. 4Hz), 3. 78-3.80 (m, 2H), 4. 62 (dq, 1H, J=4. 5, 6. 1Hz), 6. 84 (s, 1H), 7. 11 (dd, 1H, J=6. 6, 5. 1Hz), 7. 22 (s, 1H), 7. 38 (s, 1H), 7. 45 (dd, 1H, J=8.

15 8, 2. 5Hz), 7. 78 (dd, 1H, J=8. 4, 6. 6Hz), 8. 0 8 (d, 1H, J=8. 8Hz), 8. 30 (d, 1H, J=5. 1Hz), 8. 34 (d, 1H, J=8. 4Hz), 8. 50 (d, 1H, J=2. 5Hz), 8. 63 (brs, 1H)

ESI-MS (m/e) : 481 [M+H] +

20 製造例 151

<u>3-(6-エタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-N-チアゾール-2-イルーベンズアミドの調製</u>

- 製造例151の化合物は、5-ヒドロキシ-3-メトキシメトキシ安息香酸メチルエステル、5-プロモ-2-エタンスルホニルピリジン、(2R)-1-(tert-)では、(2R)-1-(tert-)では、(2R)-1-(tert-)では、(2R)-1-(tert-)では、(2R)-1-(tert-)では、(2R)-1-(tert-)では、(2R)-1-(tert-)では、(2R)-1-(tert-)では、(2R)-1-(tert-)では、(2R)-1-(tert-)では、(2R)-1-(tert-)では、(2R)-1-(tert-)では、(2R)-1-(tert-)では、(2R)-1-(tert-)では、(2R)-1-(tert-)の方法、(2R)-1-(tert-)では、(2R)-1-(ter
- 10 ¹HNMR (CDCl₃) δ: 1. 31 (d, 3H, J=6. 3Hz), 1. 33 (t, 3H, J=7. 4Hz), 3. 41 (q, 2H, J=7. 4Hz), 3. 76-3. 78 (m, 2H), 4. 55-4. 60 (m, 1H), 6. 86 (m, 1H), 7. 02 (d, 1H, J=3. 5Hz), 7. 26 (m, 1H), 7. 29 (d, 1H, J=3. 5Hz), 7. 42 (m, 1H), 7. 46 (dd,
- 15 1H, J=8.6, 2.7Hz), 8.08(d, 1H, J=8.6Hz), 8. 49(d, 1H, J=2.7Hz)

ESI-MS (m/e) : 464 [M+H] +, 462 [M-H] -

製造例152

5-(2-7)ルオロー1-メチルーエトキシ)-3-(6-メタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-N-(1-メチル-1 H-ピラゾール-3-イル)

5 ベンズアミドの調製

製造例152の化合物は、製造例126で得られた5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-3-(6-メタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-N-(1-メチルー1H-ピラゾール-3-イル)ベンズアミドの水酸基をトリエチルアミン、メタンスルホニルクロリドによりメシレートに変換した後、テトラブチルアンモニウムフロリドと反応させる方法により、無色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDC I₃) δ : 1. 35 (dd, 3H, J=1. 6, 6. 2Hz), 3. 24 (s, 3H), 3. 77 (s, 3H), 4. 45 (m, 1H), 4. 5 7 (m, 1H), 4. 67 (m, 1H), 6. 79 (d, 1H, J=2. 3Hz), 6. 84 (t, 1H, J=2. 3Hz), 7. 16 (t, 1H, J=2. 3Hz), 7. 30 (d, 1H, J2. 3Hz), 7. 32 (m, 1H), 7. 45 (d, 1H, J=2. 3, 8. 6Hz), 8. 06 (d, 1H, J=8. 6Hz), 8. 47 (d, 1H, J=2. 3Hz), 8. 79 (br, 1H) ESI-MS (M/E): 449 [M+H] ⁺

20

10

5-(2-クロロ-1-メチル-エトキシ)-3-(6-エタンスルホニルピリ ジン-3-イルオキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル)ベ

5 ンズアミドの調製

製造例153の化合物は、製造例117で得られた3-(6-エタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル)ベンズアミドの水酸基をトリエチルアミン、メタンスルホニルクロリドによりメシレートに変換した際に無色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDC1₃) δ: 1. 33 (t, 3H, J=7. 4Hz), 1. 45 (d, 3H, J=6. 2Hz), 3. 41 (q, 2H, J=7. 4Hz), 3. 63 (dd, 1H, J=5. 0, 11. 5hz), 3. 69 (dd, 1H, J=5. 0, 11. 5hz), 3. 69 (dd, 1H, J=5. 0, 11. 5Hz), 3. 79 (s, 3H), 4. 62 (m, 1H), 6. 79 (d, 1H, J=2. 2Hz), 6. 83 (t, 1H, J=2. 2Hz), 7. 18 (m, 1H), 7. 29-7. 35 (m, 2H), 7. 45 (dd, 1H, J=2. 7, 8. 6Hz), 8. 07 (d, 1H, J=8. 6Hz), 8. 49 (d, 1H, J=2. 7Hz), 8. 67 (br, 1H) ESI-MS (M/E): 479 [M+H] +

20

10

5 ミドの調製

製造例154の化合物は、5-ヒドロキシ-3-メトキシメトキシ安息香酸メ チルエステル、5-プロモ-2-メタンスルホニルピリジン、1,3-ジフルオ ロ-2-プロパノール及び3-アミノオキサゾールを用いて、製造例117と同 様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより、白 色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDC1₃) δ : 3. 24 (s, 3H), 4. 59-4. 70 (m, 2H), 4. 70-4. 90 (m, 3H), 6. 96 (t, 1H, J=2. 3Hz), 7. 19 (m, 1H), 7. 32 (m, 1H), 7. 45 (m, 1H), 7. 48 (dd, 1H, J=2. 7, 8. 5Hz), 8. 09 (d, 1H, J=8. 5Hz), 8. 29 (m, 1H), 8. 49 (d, 1H, J=2. 7Hz), 9. 60 (br, 1H)

ESI-MS (M/E) : 454 [M+H] +

製造例155

10

5-(2-7)ルオロー1-7ルオロメチルーエトキシ)-3-(6-メタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-N-(ピリジン-2-イル)ベンズアミドの

5 調製

10

15

製造例155の化合物は、5-ヒドロキシ-3-メトキシメトキシ安息香酸メ チルエステル、5-ブロモ-2-メタンスルホニルピリジン、1,3-ジフルオ ロ-2-プロパノール及び2-アミノピリジンを用いて、製造例117と同様の 方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより、白色ア モルファスとして得られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ : 3. 24 (s, 3H), 4. 60-4. 70 (m, 2H), 4. 70-4. 90 (m, 3H), 6. 93 (t, 1H, J=2. 1Hz), 7. 10 (m, 1H), 7. 26 (m, 1H), 7. 42 (m1H), 7. 48 (dd, 1H, J=2. 1, 8. 2Hz), 7. 78 (dt, 1H, J=), 8. 09 (d, 1H, J=8. 4Hz), 8. 30 (m, 1H), 8. 32 (d, 1H, J=8. 4Hz), 8. 49 (d, 1H, J=2. 1Hz), 8. 59 (b)

r, 1H)

 $ESI-MS(M/E):464[M+H]^{+}$

5-(2-7)ルオロー1-7ルオロメチルーエトキシ)-3-(6-2)スルホ ニルピリジン-3-7 (3-2) -3 (6-2) -3 (6-2) -3 (6-2) -3 (6-2) -3 (6-2) -3 (7-2) -3 (6-2) -3 (6-2) -3 (6-2) -3 (6-2) -3 (7-2) -3 (6-2) -3 (7-2) -3 (6-2) -3 (7-2) -3 (7-2) -3 (7-2) -3 (8-2) -3 (9-3) -3 (9-3)

製造例156の化合物は、5-ヒドロキシ-3-メトキシメトキシ安息香酸メチルエステル、5-プロモ-2-メタンスルホニルピリジン、1, 3-ジフルオロ-2-プロパノール及び5-アミノ-3-メチル-[1, 2, 4]チアジアゾールを用いて、製造例117と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより、白色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ : 2. 50 (s, 3H), 3. 27 (s, 3H), 4. 57-4. 67 (m, 2H), 4. 67-4. 90 (m, 3H), 7. 01 (t, 1H, J=2. 3Hz), 7. 29 (m, 1H), 7. 45 (m, 1H), 7. 49 (dd, 1H, J=2. 3, 8. 7Hz), 8. 09 (d, 1H, J=8.

15 7 Hz), 8. 47 (d, 1H, J=2. 3 Hz) ESI-MS (M/E): 485 [M+H] +

製造例157

10

5 アミドの調製

製造例157の化合物は、5-ヒドロキシ-3-メトキシメトキシ安息香酸メ チルエステル、4-ブロモージメチルスルファモイルベンゼン、(2R)-1-(t-プチルジメチルシロキシ)-2-ヒドロキシプロパン及び3-アミノ-1 -メチル-1H-ピラゾールを用いて、製造例42と同様の方法、これに準じた 方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより白色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ: 1. 31 (d, 3H, J=6. 3Hz), 2. 1 9 (brs, 1H), 2. 74 (s, 6H), 3. 76-3. 80 (m, 2 H), 3. 81 (s, 3H), 4. 54-4. 59 (m, 1H, J=6. 3 15 Hz, -Hz), 6. 79 (m, 1H), 6. 81 (m, 1H), 7. 1 1 (d, 2H, J=9. 0Hz), 7. 13 (s, 1H), 7. 29-7. 30 (m, 2H), 7. 77 (d, 2H, J=9. 0Hz), 8. 55 (b r, 1H)

ESI-MS (m/e) : 475 [M+H] +, 473 [M-H] -

20

5 の調製

10

15

製造例158の化合物は、5-ヒドロキシ-3-メトキシメトキシ安息香酸メチルエステル、3-メチルチオーフェニルホウ酸、(2R)-1-(t-ブチルジメチルシロキシ)-2-ヒドロキシプロパン及び3-アミノ-1-メチル-1 H-ピラゾールを用いて、製造例1又は製造例89と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより白色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ : 1. 30 (d, 3H, J=6. 2Hz), 2. 0 8 (t, 1H, J=6. 5Hz), 3. 07 (s, 3H), 3. 73-3. 78 (m, 5H), 4. 52-4. 57 (m, 1H), 6. 77-6. 78 (m, 2 H), 7. 08 (d, 1H, J=2. 1Hz), 7. 25-7. 31 (m, 3H), 7. 54 (t, 1H, J=7. 6Hz), 7. 59 (d, 1H, J=2. 1Hz), 7. 70 (d, 1H, J=7. 6Hz), 8. 49 (brs, 1H) ESI-MS (m/e): 446 [M+H] ⁺

5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ) -3-(6-イソプロピルスル ホニルピリジン-3-イルオキシ) -N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3 -イル) ベンズアミドの調製

製造例159の化合物は、5-ヒドロキシ-3-メトキシメトキシ安息香酸メ チルエステル、5-プロモ-2-イソプロピルスルホニルピリジン、(2R) -1-(t-プチルジメチルシロキシ)-2-ヒドロキシプロパン及び3-アミノ -1-メチル-1H-ピラゾールを用いて、製造例117と同様の方法、これに 準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより白色アモルファスとし て得られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ: 1. 31 (d, 3H, J=5. 9Hz), 1. 3 5 (d, 6H, J=6. 7Hz), 2. 25 (brs, 1H), 3. 72 (s eptet, 1H, J=6. 7Hz), 3. 70-3. 81 (m, 2H), 3. 81 (s, 3H), 4. 53-4. 59 (m, 1H), 6. 78-6. 79 (m, 1H), 6. 80-6. 82 (m, 1H), 7. 17 (m, 1H), 7. 29-7. 31 (m, 1H), 7. 32 (m, 1H), 7. 43 (dd, 1H, J=8. 6, 2. 7Hz), 8. 06 (d, 1H, J=8. 6Hz), 8. 50 (d, 1H, J=2. 7Hz), 8. 60 (brs, 1H) ESI-MS (m/e): 475 [M+H] +, 473 [M-H] -

製造例160

15

20

5 ベンズアミドの調製

10

15

製造例 160 の化合物は、5-ヒドロキシ-3-メトキシメトキシ安息香酸メチルエステル、4-プロモ-2-クロローメタンスルホニルベンゼン、(2R)-1-(t-プチルジメチルシロキシ)-2-ヒドロキシプロパン及び3-アミノ-1-メチル-1 H-ピラゾールを用いて、製造例 42 と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより白色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ : 1. 31 (d, 3H, J=6. 1Hz), 3. 2 8 (s, 3H), 3. 76-3. 80 (m, 5H), 4. 54-4. 59 (m, 1H), 6. 80-6. 81 (m, 2H), 7. 02 (dd, 1H, J=2. 3, 8. 8Hz), 7. 14-7. 15 (m, 2H), 7. 30 (d, 1H, J=2. 3Hz), 7. 33 (s, 1H), 8. 11 (d, 1H, J=8. 8Hz), 8. 75 (brs, 1H)

ESI-MS (m/e) : 480 [M+H] +

5

5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル)-3-(ピリジン-3-イルオキシ)ベンズアミドの調製

- 製造例161の化合物は、5-ヒドロキシ-3-メトキシメトキシ安息香酸メチルエステル、3-ヨードピリジン、(2R)-1-(t-プチルジメチルシロキシ)-2-ヒドロキシプロパン及び3-アミノ-1-メチル-1H-ピラゾールを用いて、製造例117と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより白色アモルファスとして得られた。
- ¹HNMR (CDC1₃) δ: 1. 30 (d, 3H, J=6. 3Hz), 2. 2 7 (br, 1H), 3. 72-3. 80 (m, 2H), 3. 80 (s, 3H), 4. 55 (m, 1H), 6. 75 (t, 1H, J=2. 3Hz), 6. 79 (d, 1H, J=2. 3Hz), 7. 05 (m, 1H), 7. 22 (m, 1H), 7. 29 (d, 1H, J=2. 3Hz), 7. 31-7. 38 (m, 2H), 8. 4 15 4 (m, 2H), 8. 62 (br, 1H) ESI-MS (M/E): 369 [M+H] ⁺

5-(2-フルオロ-1-フルオロメチル-エトキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル)-3-(ピリジン-3-イルオキシ)ベンズアミドの調製

- 5 製造例162の化合物は、5-ヒドロキシ-3-メトキシメトキシ安息香酸メ チルエステル、3-ヨードピリジン、1,3-ジフルオロ-2-プロパノール及 び3-アミノ-1-メチル-1H-ピラゾールを用いて、製造例117と同様の 方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより白色アモ ルファスとして得られた。
- ¹HNMR (CDCl₃) δ: 3. 77 (s, 3H), 4. 55-4. 67 (m, 2H), 4. 67 (m, 3H), 6. 79 (d, 1H, J=2. 3Hz), 6. 82 (t, 1H, J=2. 3Hz), 7. 11 (m, 1H), 7. 26 (m, 1H), 7. 29 (d, 1H, J=2. 3Hz), 7. 30-7. 38 (m, 2H), 8. 45 (m, 2H), 8. 70 (br, 1H)
- 15 ESI-MS (M/E): 389 [M+H] +

WO 2004/076420 PCT/JP2004/002284

<u>5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-N-(1-メチル-1H-ピ</u> ラゾール-3-イル)-3-(ピリジン-4-イルオキシ)ベンズアミドの調製

製造例163の化合物は、5-ヒドロキシ-3-メトキシメトキシ安息香酸メ チルエステル、4-クロロピリジン塩酸塩、(2R)-1-(t-ブチルジメチ ルシロキシ)-2-ヒドロキシプロパン及び3-アミブ-1-メチル-1H-ピ ラゾールを用いて、製造例117と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと 常法とを組み合わせることにより白色アモルファスとして得られた。

¹HNMR (CDCl₃) δ: 1. 31 (d, 3H, J=6. 3Hz), 2. 0 10 5 (br, 1H), 3. 77 (m, 2H), 3. 82 (s, 3H), 4. 56 (m, 1H), 6. 79 (d, 1H, J=2. 3Hz), 6. 83 (t, 1H, J=2. 3Hz), 6. 88 (dd, 2H, J=1. 6, 4. 7Hz), 7. 15 (m, 1H), 7. 30 (d, 1H, J=2. 2Hz), 7. 33 (m, 1H), 8. 42 (br, 1H), 8. 51 (dd, 2H, J=1. 6, 4. 7Hz)

15 ESI-MS (M/E): 369 [M+H] +

製造例164

20

5-(2-7)ルオロ-1-7ルオロメチル-xトキシ)-N-(1-xチル-1 H-ピラゾール-3-(ピリジン-4-(イルオキシ)ベンズアミドの調製

製造例164の化合物は、5ーヒドロキシー3ーメトキシメトキシ安息香酸メ

チルエステル、4-クロロピリジン塩酸塩、1,3-ジフルオロ-2-プロパノール及び3-アミノ-1-メチル-1H-ピラゾールを用いて、製造例117と同様の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより白色アモルファスとして得られた。

5 ¹HNMR (CDC1₃) δ: 3.81 (s, 3H), 4.58-4.67 (m, 2H), 4.67-4.82 (m, 3H), 6.79 (d, 1H, J=2.0H z), 6.89 (dd, 2H, J=1.6, 4.7Hz), 6.91 (t, 1H, J2.3Hz), 7.21 (t, 1H, J=2.3Hz), 7.30 (d, 1H, J=2.0Hz), 7.38 (t, 1H, J=2.3Hz), 8.52 (br, 1H), 8.52 (dd, 2H, J=1.6, 4.7Hz)

ESI-MS (M/E): 389 [M+H] ⁺

製造例165

15

製造例165の化合物は、製造例117で得られた3-(6-エタンスルホニ 20 ルピリジン-3-イルオキシ)-5-ヒドロキシー安息香酸メチルエステル、2-ブロモプロピオン酸 tertブチルエステル及び3-アミノ-1-メチル-1 H-ピラゾールを用いて、製造例1と同様の方法により得られた2-[3-(6-エタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-5-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イルカルバモイル)-フェノキシ]プロピオン酸-tert-ブチルエステルの有する tert-ブチルエステルをカルボキシル基に変換するこ

WO 2004/076420 PCT/JP2004/002284

とによって白色固体として得られた。エステルをカルボキシル基に変換する方法は、コンプリヘンシブ オーガニック トランスフォーメーション (Comprehensive Organic Transformations) Richard Lら著、VCH Publishers社、1988年、等)、それに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより行った。

¹HNMR (CDCl₃) δ : 1. 24 (3H, t, J=7. 4Hz), 1. 59 (3H, d, J=6. 8Hz), 3. 39 (2H, q, J=7. 4Hz), 3. 81 (3H, s), 4. 69-4. 80 (1H, m), 6. 56 (1H, d, J=2. 3Hz), 6. 90 (1H, t, J=2. 2Hz), 7. 25 (1H, br), 7. 37 (1H, br), 7. 48 (1H, d, J=2. 3Hz), 7. 62 (1H, dd, J=8. 7Hz, 2. 7Hz), 8. 07 (1H, d, J=6. 4Hz), 8. 52 (1H, d, J=2. 7Hz) ESI-MS (M/E): 475 [M+H] ⁺

15 製造例 1 6 6

10

20

5-(2-フルオロ-1-フルオロメチル-エトキシ)-3-(3-フルオロ-4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3 -イル)ペンズアミドの調製

製造例166の化合物は、製造例42と同様の方法により得られた3-(3-フルオロ-4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-ヒドロキシー安息香酸メチルエステル、1,3-ジフルオロ-2-プロパノール及び3-アミノ-1-メチル-1H-ピラゾールを用いて、製造例2と同様の方法、これに準じた方法又は

WO 2004/076420 PCT/JP2004/002284 264

これらと常法とを組み合わせることにより無色アモルファスとして得られた。 1HNMR (CDCl₃) δ : 3. 23 (3H, s), 3. 82 (3H, s), 4. 61-4. 78 (5H, m), 6. 78 (1H, d, J=2. 3Hz), 6. 8 3-6. 94 (3H, m), 7. 19 (1H, t, J=1. 8Hz), 7. 30 (1H, d, J=2. 3Hz), 7. 38 (1H, t, J=1. 8Hz), 7. 94 (1H, t, J=8. 4Hz), 8. 37 (1H, brs) ESI-MS (M/E): 484 [M+H] $^+$

15

産業上の利用可能性

式(I)で表される本発明に係るヘテロアリールカルバモイルベンゼン誘導体は優れたグルコキナーゼ活性を示すことから、医薬の分野において糖尿病、糖尿病の合併症若しくは肥満の治療及び/又は予防に有用である。

20

25

30

請求の範囲

1. 式(I)

5

10

15

20

[式中、X¹は酸素原子、硫黄原子又はNHを示し、X²は酸素原子、硫黄原子又 はCH。を示し、R¹は、アルキルスルホニル基、アルカノイル基、低級アルキル 基、ヒドロキシアルキル基、ヒドロキシ基、アルキルカルバモイル基、アルキル スルファモイル基、ジアルキルスルファモイル基、アルキルチオ基、アルコキシ 基、ジアルキルカルバモイル基、アルコキシカルボニルアミノ基、アルコキシカ ルポニル基、ハロゲン原子、アルカノイルアミノアルキル基、アルコキシカルボ ニルアミノアルキル基、アルキルスルホニルアミノアルキル基、シアノ基及びト リフルオロメチル基からなる群より選択される1又は2のA環上に有していても よい置換基を示し、R2はハロゲン原子、カルボキシル基、アルコキシカルボニ ル基、ヒドロキシ基、アミノ基(該アミノ基は、さらに1若しくは2のアルカノ イル基又は低級アルキル基で置換されていてもよい)、アルコキシ基及びN-ア ルキルカルバモイル基からなる群より選択される置換基を有していてもよい、炭 素数3乃至7の環状のアルキル基(該環を構成する炭素原子(該環を構成する炭 素原子のうち、X²と結合する炭素原子を除く)の1つが、酸素原子、NH、N アルカノイル基又はCONHで置き換わっていてもよい)、直鎖若しくは分岐 の低級アルキル基又は低級アルケニル基を示し、R³は低級アルキル基、アルコ キシ基、アルキルアミノ基、低級ジアルキルアミノ基、ハロゲン原子、トリフル オロメチル基、ヒドロキシアルキル基(該ヒドロキシアルキル基中のヒドロキシ 基の水素原子は、低級アルキル基で置換されていてもよい)、アミノアルキル基、

アルカノイル基、カルボキシル基、アルコキシカルボニル基及びシアノ基から選択される1又は2のB環上に有していてもよい置換基を示し、式(II)



は、前記R¹で示される置換基を環内に1又は2有していてもよい、6乃至10 5 員のアリール基又は5乃至7員のヘテロアリール基を示し、式(III)



(111)

は、前記R³で示される置換基をB環内に1又は2有していてもよい、式(I)のアミド基の窒素原子と結合した該B環中の炭素原子が、該環中の窒素原子と共にC=Nを形成する、 単環の又は双環のヘテロアリール基]で表される化合物又はその薬学的に許容される塩。

10

- 2. X^1 がO又はSであり、かつ、 X^2 がO又は CH_2 である請求項1記載の化合物又はその薬学的に許容される塩。
- 3. A環がフェニル基又は5乃至6員のヘテロアリール基である請求項2記載の 15 化合物又はその薬学的に許容される塩。
 - 4. A環がフェニル基である請求項2記載の化合物。
 - 5. A環が5乃至6員のヘテロアリール基である請求項2記載の化合物。

20

25

6. R¹がアルキルスルホニル基、アルカノイル基、ヒドロキシアルキル基、アルキルカルバモイル基、アルキルスルファモイル基、ジアルキルスルファモイル基、ジアルキルカルバモイル基、アルコキシカルボニルアミノ基、ハロゲン原子、アルカノイルアミノアルキル基、アルキルスルホニルアミノアルキル基、アルコキシカルボニルアミノアルキル基である請求項4又は5のいずれかに記載の化合

物又はその薬学的に許容される塩。

- 7. R¹がアルキルスルホニル基、アルカノイル基、ヒドロキシアルキル基、アルカノイルアミノアルキル基、アルキルスルホニルアミノアルキル基、アルコキシカルボニルアミノアルキル基である請求項4記載の化合物又はその薬学的に許容される塩。
 - 8. R¹がアルキルスルホニル基、アルカノイル基、ヒドロキシアルキル基である請求項4記載の化合物又はその薬学的に許容される塩。

10

15

20

5

- 9. 前記R³で示されるB環の置換基を該環内に1又は2有していてもよい、前記式(I)のアミド基の窒素原子と結合した該B環中の炭素原子が、該B環中の窒素原子と共にC=Nを形成する、単環又は双環のヘテロアリール基(該ヘテロアリール基が、5ーアルコキシカルボニルーピリジン-2ーイル基又は、5ーカルボキシルーピリジン-2ーイル基である場合を除く)である請求項3乃至8のいずれかの請求項に記載の化合物又はその薬学的に許容される塩。
 - 10. B環が、前記式(I)のアミド基の窒素原子と結合した該環中の炭素原子と共にC=Nを形成する窒素原子の他に、B環内に窒素原子、硫黄原子及び酸素原子からなる群より選択されるヘテロ原子を少なくとも1有する、請求項7に記載の化合物又はその薬学的に許容される塩。
- 11. R²がハロゲン原子、カルボキシル基、アルコキシカルボニル基、ヒドロキシ基、アミノ基(該アミノ基は、さらに1又は2の低級アルキル基で置換されていてもよい)、アルコキシ基、N-アルキルカルパモイル基又はアルカノイルアミノ基で置換されていてもよい、炭素数3乃至7の環状のアルキル基(該環を構成する炭素原子の1つが、酸素原子、NH又はN-アルカノイル基で置換されていてもよい)、直鎖若しくは分岐の低級アルキル基又は低級アルケニル基である請求項1乃至10のいずれかの請求項に記載の化合物又はその薬学的に許容さ

れる塩。

12. B環が、チアゾリル基、イミダゾリル基、イソチアゾリル基、チアジアゾリル基、トリアゾリル基、オキサゾリル基、イソキサゾリル基、ピラジニル基、ピラジニル基、ピリダジニル基、ピラゾリル基、ピリミジニル基、ピリドチアゾリル基又はベンゾチアゾリル基である請求項1万至11のいずれかの請求項に記載の化合物又はその薬学的に許容される塩。

- 13. R³が低級アルキル基、アルコキシ基、ハロゲン原子、ヒドロキシアルキ 10 ル基(該ヒドロキシアルキル基中のヒドロキシ基の水素原子は、低級アルキル基 で置換されていてもよい)、アミノアルキル基又はアルカノイル基である請求項 1万至12のいずれかの請求項に記載の化合物又はその薬学的に許容される塩。
- 14. R³が低級アルキル基、ヒドロキシアルキル基(該ヒドロキシアルキル基 中のヒドロキシ基の水素原子が、低級アルキル基で置換されていてもよい)であ る請求項1万至12のいずれかの請求項に記載の化合物

15. 式(I)

20 [式中、各記号は前記に同じ]で表される化合物が、5-イソプロポキシ-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-(4-メチルチアゾール-2-イル)-ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-チアゾール-2-イル-ベンズアミド、5

PCT/JP2004/002284

ーエトキシー3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-(4-メトキシメ チルーチアゾールー2ーイル)ベンズアミド、5ーシクロペンチルオキシー3ー (4-メタンスルホニルフェノキシ) -N-チアゾール-2-イルーベンズアミ ド、3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-(テトラヒドロフラン-3 - ーイルオキシ)- N ーチアゾールー2 ーイルーベンズアミド、3 - (4 - メタン 5 スルホニルフェノキシ) -5-(2-メトキシ-1-メチル-エトキシ) -N-チアゾールー2-イルーペンズアミド、3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -5-(2-メトキシ-1-メトキシメチルーエトキシ)-Nーチアゾール-2 ーイルーベンズアミド、3-(2-フルオロ-4-メタンスルホニルフェノキシ) 10 -5-イソプロポキシ-N-チアゾール-2-イルーベンズアミド、3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) – 5 – (1 – メトキシメチル – プロポキシ) – N - (4-メチルーチアゾールー2ーイル)ーベンズアミド、5ーイソプロポキシ -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-ピラゾール-3-イル-ベン **ズアミド、5ーイソプロポキシー3ー(4ーメタンスルホニルフェノキシ)-N** ーピラジン-2-イルーペンズアミド、3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) 15 -5-(3-メトキシ-1-メチループロポキシ)-N-チアゾール-2-イル ーベンズアミド、5-(3-ヒドロキシ-1-メチループロポキシ)-3-(4 ーメタンスルホニルフェノキシ)ーNーチアゾールー2ーイルーペンズアミド、 5ーイソプロポキシー3ー(4ーメタンスルホニルフェノキシ)ーNーピリミジ 20 シー4ーイルーペンズアミド、5ーイソプロポキシー3ー(4ーメタンスルホニ ルフェノキシ)-N-(ピリミジン-2-イル)-ベンズアミド、N-(4-ヒ ドロキシメチルーチアゾールー2ーイル) -5-イソプロポキシ-3-(4-メ **タンスルホニルフェノキシ)-ベンズアミド、N-(イソオキサゾール-3-イ** ル) -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -5-(1-メトキシメチル-プロポキシ)-ベンズアミド、3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-25 (1-メトキシメチループロポキシ) -N-[1, 3, 4] チアジアゾール-2 ーイルーベンズアミド、5ー(1ーヒドロキシメチループロポキシ)-3-(4 ーメタンスルホニルフェノキシ)ーNー(4ーメチルーチアゾールー2ーイル) ーペンズアミド、N-(4-ヒドロキシメチルーチアゾール-2-イル)-3-

(4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-(1-メトキシメチル-プロポキシ) ーペンズアミド、5-(2-アミノー1-メチルーエトキシ)-3-(4-メタ ンスルホニルフェノキシ) – N – チアゾールー 2 ーイルーベンズアミド、5 –(2 ージメチルアミノー1ーメチルーエトキシ)ー3ー(4ーメタンスルホニルフェ ノキシ)-N-チアゾール-2-イル-ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-プロポキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-(4-メチル-チアゾールー2ーイル)ーペンズアミド、3-(4-メタンスルホニルフェノキ シ) -5-(2-メトキシープロポキシ) - N-(4-メチルーチアゾール-2 ーイル) ーベンズアミド、5ーイソプロポキシー3ー(4ーメタンスルホニルフ ェノキシ) -N-(チアゾロ[5,4-b] ピリジン-2-イル) -ベンズアミ 10 ド、5-(2-ヒドロキシメチル-アリル)-3-(4-メタンスルホニルフェ ノキシ)-N-チアゾール-2-イル-ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-チア ゾロ[5, 4-b] ピリジン-2-イル-ベンズアミド、5-(3-ヒドロキシ -2-メチループロピル)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-チ 15 アゾール-2-イルーベンズアミド、3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -N-(4-メチルーチアゾール-2-イル)-5-(ピペリジン-4-イルー オキシ)ーベンズアミド塩酸塩、5-(1-アセチルーピペリジン-4-イルオ キシ) -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -N-(4-メチルーチアゾ ールー2ーイル)ーベンズアミド、2-[3-(4-メタンスルホニルフェノキ 20 シ) -5-(4-メチルーチアゾール-2-イルーカルバモイル) -フェノキシ] プロピオン酸、5-(3-ヒドロキシ-1-メチル-プロポキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) - N - チアゾール - 2 - イル - ベンズアミド、3 - (4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-(1-メチルカルバモイル-エト キシ) -N-(4-メチル-チアゾール-2-イル)-ベンズアミド、5-(2 25 ーアセチルアミノー1ーメチルーエトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェ ノキシ) -N-チアゾール-2-イルーペンズアミド、N-[4-(1-ヒドロ キシーエチル)ーチアゾールー2ーイル]ー5ーイソプロポキシー3ー(4ーメ タンスルホニルフェノキシ)-ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチ

ルーエトキシ) -3- (4-メタンスルホニルフェノキシ) -N-ピリジン-2 ーイルーベンズアミド、5-(2-ヒドロキシーエトキシ)-3-(4-メタン スルホニルフェノキシ) -N-チアゾール-2-イルーペンズアミド、5-(2 ーヒドロキシーシクロペンチルオキシ) -3-(4-メタンスルホニルフェノキ シ) -N-チアゾール-2-イルーペンズアミド、N-(4-アセチルーチアゾ ールー2ーイル) -5- (2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ) -3- (4 ーメタンスルホニルフェノキシ)ーベンズアミド、5-(2-ヒドロキシー1-メチルーエトキシ) -N-(4-ヒドロキシメチルーチアゾール-2-イル) -3- (4-メタンスルホニルフェノキシ) ーベンズアミド、N-[4-(1-ヒ ドロキシーエチル)-チアゾール-2-イル]-5-(2-ヒドロキシ-1-メ 10 チルーエトキシ) -3- (4-メタンスルホニルフェノキシ) -ベンズアミド、 3- (3-フルオロ-4-メタンスルホニルフェノキシ) -5- (2-ヒドロキ シー1-メチルーエトキシ)-N-チアゾール-2-イルーベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェ ノキシ)-N-(5-メチルーチアゾール-2-イル)ペンズアミド、5-(2 15 -ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキ シ) -N-([1, 2, 4] チアジアゾール-5-イル) -ベンズアミド、N-(4-ヒドロキシメチルーチアゾールー2-イル)-3-(4-メタンスルホニ ルフェノキシ)-5-(2-メトキシ-1-メチル-エトキシ)ーペンズアミド、 5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-(4-メタンスルホニル 20 フェノキシ) -N-(5-メトキシカルボニルーピリジン-2-イル) -ベンズ アミド、6-[5-イソプロポキシ-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -ベンゾイルアミノ] ニコチン酸、5-(2-ヒドロキシ-1-メチループロポ キシ) -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -N-チアゾール-2-イル ーベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-N-(イソ 25 キサゾール-3-イル)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-ベンズア ミド、N-(5-ヒドロキシメチルーチアゾール-2-イル)-5-イソプロポ キシ-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-ベンズアミド、N-[4-(1 -ヒドロキシーエチル) -チアゾール-2-イル] -3-(4-メタンスルホニ

WO 2004/076420 PCT/JP2004/002284

ルフェノキシ) -5-(2-メトキシ-1-メチル-エトキシ) -ペンズアミド、 ホニルフェノキシ) -5- (テトラヒドロフラン-3-イル-オキシ) -ベンズ アミド、5-(2-ヒドロキシー1-メチルーエトキシ)-3-(4-メタンス ルホニルフェノキシ)-N-(2-メチルチアゾール-4-イル)ーベンズアミ ド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-3-(4-メタンスルホ ニルフェノキシ) - N - (4 - メトキシメチルーチアゾール - 2 - イル) - ベン 3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-(2-メトキシ-1-メチルー エトキシ) -ベンズアミド、N-[4-(1-ヒドロキシーエチル) -チアゾー 10 ルー2ーイル ー3ー(4ーメタンスルホニルフェノキシ)ー5ー(テトラヒド ロフラン-3-イル-オキシ) -ベンズアミド、N-「4-(1-ヒドロキシー エチル) - チアゾール - 2 - イル] - 3 - (4 - メタンスルホニルフェノキシ) 5-ジメチルチアゾールー4-イル)-5-(2-ヒドロキシー1-メチルーエ 15 トキシ) -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -ベンズアミド、5-イソ プロポキシー3-(4-メトキシカルボニルアミノメチルフェノキシ)-N-チ アゾール-2-イルーベンズアミド、5-イソプロポキシ-3-(4-メチルカ ルバモイルーフェノキシ) - N - チアゾールー2 - イルーペンズアミド、3 - (4 ージメチルカルバモイルーフェノキシ)ー5ーイソプロポキシーNーチアゾール 20 -2-イルーベンズアミド、5-イソプロポキシ-3-(4-メチルカルボニル アミノメチル-フェノキシ)-N-チアゾール-2-イル-ベンズアミド、5-イソプロポキシー3-(4-メタンスルホニルアミノメチルーフェノキシ)-N ーチアゾールー2ーイルーペンズアミド、3-「4-(1-ヒドロキシープロピ ル) -フェノキシ] - 5 - イソプロポキシ-N-チアゾール-2 - イルーベンズ 25 アミド、6-「3-イソプロポキシ-5-(チアゾール-2-イルカルバモイル) -フェノキシ] -ニコチン酸メチルエステル、3-(5-ヒドロキシメチルーピ リジン-2-イルーオキシ)-5-イソプロポキシ-N-チアゾール-2-イル ーベンズアミド、5ーイソプロポキシー3ー(5ーメタンスルホニルピリジンー

2-イル) -N-チアゾール-2-イルーペンズアミド、3-(5-アセチルー ピリジン-2-イル-オキシ) -5-イソプロポキシ-N-チアゾール-2-イ ルーベンズアミド、5-イソプロポキシー3-(5-メトキシカルボニルーピラ ーシアノーピリジンー 2 ーイルーオキシ)-5-イソプロポキシーNーチアゾー 5 ルー2-イルーベンズアミド、5-イソプロポキシー3-(2-オキソー1,2 ージヒドローピリジンー4ーイルーオキシ)-Nーチアゾールー2ーイルーベン ズアミド、5-イソプロポキシ-3-(2-オキソ-1,2-ジヒドローピリジ ン-3-イル-オキシ)-N-チアゾール-2-イルーベンズアミド、5-イソ プロポキシー3-(2-オキソー1,2-ジヒドローピリジン-3-イルーオキ 10 シ) - N - チアゾロ [5, 4 - b] ピリジン-2-イル-ベンズアミド、5 - イ yプロポキシ-3-([1, 3, 4]チアジアゾール-2-イルスルファニル) -N-チアゾロ「5、4-b] -ピリジン-2イルーベンズアミド、5ーイソプ ロポキシー3-(4-メチルー[1, 2, 4]トリアゾールー3-イルスルファ ニル) - N - チアゾール - 2 - イルーベンズアミド、5 - イソプロポキシー3 -15 チアゾール-2-イルスルファニル-N-チアゾール-2-イルーベンズアミド、 ファニル)-N-チアゾール-2-イル-ベンズアミド、5-イソプロポキシー 3-([1, 3, 4] チアジアゾール-2-イルスルファニル) - N - チアゾー ルー2ーイルーベンズアミド、5ーイソプロポキシー3ー(5ーメチルスルファ 20 ニルー「1、3、4] チアジアゾールー2ーイルスルファニル)-Nーチアゾー 4] チアジアゾールー2ーイルスルファニル) -N-チアゾールー2ーイル ーベンズアミド、5ー(テトラヒドロフラン-3ーイルーオキシ)ーNーチアゾ -N-2-4N-3-(4H-[1, 2, 4])25 ニル)-ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-N-(4-メチル-チアゾール-2-イル)-3-([1, 3, 4] チアジアゾール -2-イルスルファニル)ーベンズアミド、5-(3-ヒドロキシ-1-メチル -プロポキシ) -N-(4-メチル-チアゾール-2-イル) -3-([1, 3,

PCT/JP2004/002284

41 チアジアゾールー2ーイルスルファニル)ーベンズアミド、5ー(2ーヒド ロキシー1-メチルーエトキシ)-3-([1,3,4]チアジアゾールー2-イルスルファニル) - N - チアゾール - 2 - イル - ペンズアミド、5 - (2 - ヒ ドロキシー1-メチルーエトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェニルスル ファニル) - N - チアゾール - 2 - イルーベンズアミド、3 - (3 - フルオロー 5 フェニルチオ) -5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ) -N-チアゾ ールー2-イルーベンズアミド、5-(2-ヒドロキシー1-メチルーエトキシ) -3-(ピリジン-4-イルスルファニル)-N-チアゾール-2-イルーベン ズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-(6-メチル - -ピリジン-3-イルスルファニル)-N-チアゾール-2-イル-ベンズアミ 10 ド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-3-(4-メタンスルホ イル) -ベンズアミド、N-[3-ヒドロキシメチル-1, 2, 4-チアジアゾ ールー5ーイル] -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -5-(2-メト キシー1-メチル-エトキシ)ベンズアミド、5-(3-ヒドロキシー1-メチ 15 ルエトキシ) -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -N-[5-メチル-1. 2. 4 - チアジアゾール - 3 - イル] ベンズアミド、5 - (ヒドロキシー1 ーメチルエトキシ)ー3ー(4ーメタンスルホニルフェノキシ)ーNー(3ーメ トキシ-1, 2, 4-チアジアゾール-5-イル) ベンズアミド、5-(2-ヒ ドロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) 20 -N-(1, 2, 5-チアジアゾール-3-イル)ベンズアミド、5-(2-ヒ ドロキシー1-メチルーエトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -N-(4-トリフルオロメチルーチアゾール-2-イル)ペンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェ ノキシ) -N-(4, 5, 6, 7-テトラヒドロペンゾチアゾール-2-イル) 25 ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-3-(4-メ タンスルホニルフェノキシ) -N-(ピリダジン-3-イル)ーペンズアミド、 2.4]-トリアゾール-5-イル)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)

ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-(4-メ タンスルホニルフェノキシ) -N- (3-メチルー[1, 2, 4] -オキサジア ゾールー5-イル) ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキ シ)-N-[4-(1-ヒドロキシ-1-メチル-エチル)-チアゾール-2-イル] -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) ベンズアミド、N-(4-シ アノーチアゾールー2ーイル)-5-(2-ヒドロキシー1-メチルーエトキシ) -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)ペンズアミド、5-(2-ヒドロキ シー1-メチルーエトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル) ベンズアミド、5-(1-ヒドロ キシメチループロポキシ) - 3 - (4 - メタンスルホニルフェノキシ) - N - (ピ 10 リジン-2-イル) ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキ シ) -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) -N-(5-メチル-イソチア ゾールー3-イル)ベンズアミド、5-(3-ヒドロキシーシクロペンチルオキ シ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-(チアパール-2-イル) ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-(4-メ 15 **タンスルホニルフェノキシ)-N-(5-メトキシ-チアゾール-2-イル)べ** ンズアミド、5 - (1-ヒドロキシメチル-2-メチループロポキシ)-3-(4 ーメタンスルホニルフェノキシ) - N - (チアゾール - 2 - イル) ベンズアミド、 5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-3-(4-メタンスルホニル 20 フェノキシ)-N-(1H-[1, 2, 3])トリアゾール-4-4ル)ベンズア ミド、N-(1-アセチル-1H-ピラゾール-3-イル)-5-(2-ヒドロキシー1-メチルーエトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)ペン ズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-(4-メタン スルホニルフェノキシ)-N-(ピラゾール-3-イル)ベンズアミド、N-(5. 6-ジヒドロー4H-シクロペンタチアゾール-2-イル)-5-(2-ヒドロ 25 キシー1-メチルーエトキシ) -3-(4-メタンスルホニルフェノキシ) ペン ズアミド、5-(1-ヒドロキシメチループロポキシ)-3-(4-メタンスル ホニルフェノキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル)ベンズ アミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-(4-メタンス

ルホニルフェノキシ) -N-(チエノ[3,2-d] チアゾール-2-イル) ベ ンズアミド、3-(3-フルオロー4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-(2 ーヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾール -3-イル) ベンズアミド、3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-(2 **-メトキシー1-メチルーエトキシ)-N-(ピラゾール-3-イル)ベンズア** ミド、3-(4-シアノ-フェノキシ)-5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエ トキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル)ベンズアミド、3 - (4-エチルスルホニルフェノキシ)-5-(2-ヒドロキシ-1-メチルー エトキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル) ベンズアミド、 3-(6-エタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-5-(2-ヒドロキ 10 シー1-メチルーエトキシ)-N-(1-メチルー1H-ピラゾールー3ーイル) ベンズアミド、5-(3-ヒドロキシ-1-メチループロポキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イ ル) ベンズアミド、3-(4-エタンスルホニルフェノキシ) -5-(2-ヒド **ロキシー1-メチル-エトキシ)-N-(イソキサゾール-3-イル)ベンズア** 15 ミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-3-(4-イソプロピ ルスルホニルフェノキシ) - N - (1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル) ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-N-(4-ヒ ドロキシー4-メチルー4、5、6、6 a-テトラヒドロー3 a H-シクロペン タチアゾール-2-イル)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)ベンズア 20 ミド、3-(4-ジメチルカルバモイルーフェノキシ)-5-(2-ヒドロキシ -1-メチル-エトキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル) ベンズアミド、3-(4-アセチルフェノキシ)-5-(2-ヒドロキシー1-メチルーエトキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル)ベンズ アミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-N-(1-メチル-25 $1 H - \ell = \ell - \ell - \ell = 0$ $1 H - \ell = \ell - \ell = 0$ $1 H - \ell$ スルファニル) ペンズアミド、N ー(1 ーエチルー1 H ーピラゾールー3 ーイル) フェノキシ)ベンズアミド、5- (2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-

3-(6-メタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-N-(1-メチルー 1H-ピラゾール-3-イル)ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチ ルーエトキシ)-3-(4-メトキシカルボニルアミノメチル-フェノキシ)-- (1-ヒドロキシメチル-プロポキシ)-3-(6-メタンスルホニルピリジ ン-3-イルオキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル)ベン ズアミド、3-(6-メタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-5-(1 -メトキシメチループロポキシ) -N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル) ベンズアミド、5ーイソプロポキシー3ー(6ーメタンスルホニルピリジ ンー 3 ーイルオキシ) ー N ー (1 ーメチルー 1 H ー ピラゾールー 3 ーイル) ベン 10 メタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラ ゾール-3-イル)ベンズアミド、3-(6-エタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ) - 5 - (2 - ヒドロキシ - 1 - メチル - エトキシ) - N - (イソキ サゾール-3-イル) ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエト 15 キシ) -3-(4-メタンスルホニルフェニルスルファニル)-N-(1-メチ ルー1H-ピラゾールー3ーイル)ベンズアミド、5ーシクロプロピルオキシー 3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾー ルー3-イル)ベンズアミド、3-(6-メタンスルホニルピリジン-3-イル オキシ) -5-(1-メトキシメチループロポキシ) -N-(ピラゾールー3-20 イル) ベンズアミド、5-(2-フルオロ-1-フルオロメチル-エトキシ)-3-(4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾー ルー3ーイル)ベンズアミド、3ー(6ーエタンスルホニルピリジンー3ーイル オキシ) -5-(1-ヒドロキシメチループロポキシ) -N(1-メチル-1H ーピラゾールー3ーイル)ペンズアミド、5-(6-エタンスルホニルピリジンー 25 チルー1H-ピラゾールー3-イル)ベンズアミド、2-[3-(4-メタンス ルホニルフェノキシ)-5-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イルカルバ モイル) -フェノキシ] プロピオン酸-tert-ブチルエステル、3-(6-

エタンスルホニルピリジンー3ーイルオキシ)-5-(2-メトキシー1ーメチ ルーエトキシ) - N - (ピラゾール-3-イル) - ペンズアミド、3 - (6-メ タンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾ ールー3-イル) -5- (テトラヒドロフラン-3-イル) ベンズアミド、N-(1-エチル-1H-ピラゾール-3-イル)-5-(2-ヒドロキシ-1-メ 5 チルーエトキシ) - 3 - (6 - メタンスルホニルピリジン-3 - イルオキシ) ベ _ ンズアミド、5-(2-フルオロ-1-フルオロメチル-エトキシ)-3-(6 **ーメタンスルホニルピリジンー3-イルオキシ)-N-(ピラゾールー3-イル)** ベンズアミド、3-(6-メタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-5-(2-メトキシ-1-メチル-エトキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾー 10 ルー3ーイル) ベンズアミド、3-(6-エタンスルホニルピリジン-3-イル オキシ) -5-(2-フルオロ-1-フルオロメチル-エトキシ)-N-(1-メ チルー1H-ピラゾールー3ーイル)ベンズアミド、2-[3-(4-メタンス ルホニルフェノキシ)-5-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イルカルバ モイル) -フェノキシ] プロピオン酸、3-(6-エタンスルホニルピリジン-15 3 - イルオキシ) - 5 - イソプロポキシ - N - (ピラゾール - 3 - イル)ベンズ アミド、3-(6-エタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-5-イソプ ロポキシ-N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル)ベンズアミド、3 - (6-エタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-5-(2-ヒドロキシ -1-メチル-エトキシ) -N- (ピラゾール-3-イル) ベンズアミド、3-20 (6-エタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-5-(2-ヒドロキシー 1-メチル-エトキシ)-N-(ピリジン-2-イル)ベンズアミド、3-(6 - エタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ) - N - チアゾールー2 - イルーベンズアミド5 - (2 - フル オロー1-メチルーエトキシ) -3-(6-メタンスルホニルピリジン-3-イ 25 ルオキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル)ペンズアミド、 5-(2-クロロ-1-メチル-エトキシ)-3-(6-エタンスルホニルピリ ジン-3-イルオキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル)ベ ンズアミド、5-(2-フルオロ-1-フルオロメチル-エトキシ)-N-(イソ

キサゾールー3-イル)-3-(6-メタンスルホニルピリジン-3-イルオキ シ) ベンズアミド、5-(2-フルオロ-1-フルオロメチル-エトキシ)-3-(6-メタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-N-(ピリジン-2-イ ル) ベンズアミド、5-(2-フルオロ-1-フルオロメチル-エトキシ)-3-(6-メタンスルホニルピリジン-3-イルオキシ)-N-(3-メチルー[1, 5 2, 4] ーチアジアゾールー5ーイル) ベンズアミド、3ー(4ージメチルスル ファモイルフェノキシ) - 5 - (2 - ヒドロキシ- 1 - メチル-エトキシ) - N - (1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル) ベンズアミド、5-(2-ヒド ロキシー1-メチルーエトキシ)-3-(3-メタンスルホニルフェノキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル)ベンズアミド、5-(2-ヒ 10 ドロキシー1ーメチルーエトキシ)-3-(6-イソプロピルスルホニルピリジ ン-3-イルオキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル)ベン ズアミド、3-(3-クロロ-4-メタンスルホニルフェノキシ)-5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾールー 3-イル) ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチル-エトキシ)-N 15 - (1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル)-3-(ピリジン-3-イルオ キシ) ベンズアミド、5-(2-フルオロ-1-フルオロメチル-エトキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル) -3-(ピリジン-3-イルオキシ) ベンズアミド、5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ) -N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル)-3-(ピリジン-4-イルオキ 20 シ) ベンズアミド、5-(2-フルオロ-1-フルオロメチル-エトキシ)-N - (1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル) -3-(ピリジン-4-イルオ キシ) ベンズアミド、2-[3-(6-エタンスルホニルピリジン-3-イルオ キシ) -5-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イルカルバモイル)-フェ ノキシ]プロピオン酸、5-(2-フルオロ-1-フルオロメチル-エトキシ) 25 -3-(3-フルオロ-4-メタンスルホニルフェノキシ)-N-(1-メチル -1H-ピラゾール-3-イル)ベンズアミドである化合物又はその薬学的に許 容される塩。

15

16. 5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-3-(4-メタンスルホニルーフェノキシ)-N-チアゾールー2-イルーペンズアミドである化合物又はその薬学的に許容される塩。

5 17. N- (4-ヒドロキシメチルーチアゾール-2-イル) -3- (4-メタンスルホニルーフェノキシ) -5- (1-メトキシメチループロポキシ) ーベンズアミドである化合物又はその薬学的に許容される塩。

18.5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-3-(4-メタンスル10 ホニルーフェノキシ)-N-ピリジン-2-イルーベンズアミドである化合物又 はその薬学的に許容される塩。

19. 5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ) -3-(4-メタンスルホニルーフェノキシ) <math>-N-(2-メチルチアゾール-4-イル) -ベンズアミドである化合物又はその薬学的に許容される塩。

20. 5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-3-([1,3,4] チアジアゾール-2-イルスルファニル)-N-チアゾール-2-イルーベンズ アミドである化合物又はその薬学的に許容される塩。

20 $21. 5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ) -3-(4-メタンスル ホニルーフェノキシ) -N-(3-メチルー <math>\begin{bmatrix} 1, 2, 4 \end{bmatrix}$ ーチアジアゾールー $\begin{bmatrix} 5-イル \end{pmatrix}$ ーベンズアミドである化合物又はその薬学的に許容される塩。

25 22.5-(2-ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ) -3-(4-メタンスルホニルーフェノキシ) -N-(1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル) ベンズアミドである化合物又はその薬学的に許容される塩。

23.3-(3-フルオロ-4-メタンスルホニル-フェノキシ)-5-(2-

ヒドロキシー1-メチルーエトキシ)-N-(1-メチルー1H-ピラゾールー3-イル) ベンズアミドである化合物又はその薬学的に許容される塩。

24.3-(6-エタンスルホニルーピリジン-3-イルオキシ)-5-(2-5 ヒドロキシ-1-メチルーエトキシ)-N-(1-メチル-1H-ピラゾールー3-イル)ベンズアミドである化合物又はその薬学的に許容される塩。

25. 3-(6-x9)スルホニルーピリジンー3-4ルオキシ)-5-4ソプロポキシーN-(1-x+1)-ピラゾールー3-4ル)ベンズアミドである化合物又はその薬学的に許容される塩。

26. 5-(2-7)ルオロー1-7ルオロメチルーエトキシ)-3-(6-8) ンスルホニルーピリジン-3-7ルオキシ)-N-(1-8)ルー1Hーピラゾール-3-7ル)ベンズアミドである化合物又はその薬学的に許容される塩。

27. 3-(6-x9)スルホニルーピリジン-3-(x)10 -5-(2-x)27. 3-(6-x9)スルホニルーピリジン-3-(x)3 -(x)47. 3-(x)6 -(x)7 -(x)7 -(x)7 -(x)7 -(x)8 -(x)9 -(x)9

20 28.5-(2-フルオロ-1-フルオロメチル-エトキシ)-3-(6-メタンスルホニル-ピリジン-3-イルオキシ)-N-(ピラゾール-3-イル)ベンズアミドである化合物又はその薬学的に許容される塩。

29. 2型糖尿病の治療、予防及び/又は発症を遅らせるために用いられる以下 25 の(1)乃至(3)からなる医薬組成物。

(1)式(I)

15

[式中、各記号は前記に同じ] で表される化合物、

- (2) 以下の (a) (g) からなる群より選択される 1 又は 2 以上の化合物
 - (a) 他のグルコキナーゼ活性化剤

5 (b) ビスーグアニド

- (c) PPAR アゴニスト
- (d) インスリン
- (e) ソマトスタチン
- (f) α グルコシダーゼ阻害剤、及び
- (g) インスリン分泌促進剤、
- (3) 薬学的に許容される担体

10

15

- 30. 請求項1乃至28のいずれか請求項に記載の化合物を有効成分とするグルコキナーゼ活性化剤。
- 31. 請求項1乃至28のいずれかの請求項に記載の化合物を有効成分とする糖尿病の治療及び/又は予防のための薬剤。
- 32. 請求項1乃至28のいずれかに記載の化合物を有効成分とする肥満の治療 20 及び/又は予防のための薬剤。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

			PCT/JP2	004/002284		
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ C07D213/75, 213/80, 231/40, 239/42, 241/20, 237/20, 277/46, 285/12, 285/08, 417/12, 401/12, 261/14, 271/07, 249/04, 513/04, A61K31/415, 31/42, 31/426, 31/427, 31/433, 31/437, According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC						
B. FIELDS SEARCHED						
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ CO7D213/75, 213/80, 231/40, 239/42, 241/20, 237/20, 277/46, 285/12, 285/08, 417/12, 401/12, 261/14, 271/07, 249/04, 513/04, A61K31/415, 31/42, 31/426, 31/427, 31/433, 31/437,						
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched						
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) STN/CAS						
C. DOCUMEN	NTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages			Relevant to claim No.		
P,A	WO 03/080585 Al (Banyu Pharmaceutical Co., Ltd.), 02 October, 2003 (02.10.03), (Family: none)			1-32		
X Y	WO 03/000267 A1 (ASTRAZENECA AB.), 03 January, 2003 (03.01.03), & EP 1404335 A1			1-8,11,30-32 9,10,12-15, 16-29		
				·		
Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.						
"A" document di to be of parti "E" earlier applie filing date "L" document w cited to esta special reaso "O" document re	gories of cited documents: efining the general state of the art which is not considered icular relevance cation or patent but published on or after the international which may throw doubts on priority claim(s) or which is ablish the publication date of another citation or other on (as specified) ferring to an oral disclosure, use, exhibition or other means ablished prior to the international filing date but later than late claimed	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family				
Date of the actual 18 May,	l completion of the international search 2004 (18.05.04)	Date of mailing of the international search report 08 June, 2004 (08.06.04)				
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer				

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/002284

Continuation of A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER (International Patent Classification (IPC))

Int.Cl⁷ 31/44, 31/4402, 31/4439, 31/444, 31/454, 31/4965, 31/505, 31/415, 31/4245, 31/4192, 31/429, 31/455, 31/433, 31/4245, 31/495, A61P3/04, 3/10, 43/00

(According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC)

Continuation of B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (International Patent Classification (IPC))

Int.Cl⁷ 31/44, 31/4402, 31/4439, 31/444, 31/454, 31/4965, 31/505, 31/415, 31/4245, 31/4192, 31/429, 31/455, 31/433, 31/4245, 31/495, A61P3/04, 3/10, 43/00

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

	国際調査報告	国際出願番号	PCT/JP20	04/002284			
Int. C1' C07D2 04, 513/04, A6	属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) 213/75, 213/80, 231/40, 239/42, 241/20, 237/20, 277/4 31K31/475, 31/42, 31/426, 31/427, 31/433, 31/437, 31/ 445, 31/4192, 31/429, 31/455, 31/433, 31/4245, 31/498	⁷ 44, 31/4402, 31/4	439, 31/444, 31/45	61/14, 271/07, 249/ 4, 31/4965, 31/505,			
	Tった分野 み小限資料(国際特許分類(IPC))			ht			
Int. C1' C07D213/75, 213/80, 231/40, 239/42, 241/20, 237/20, 277/46, 285/12, 285/08, 417/12, 401/12, 261/14, 271/07, 249/04, 513/04, A61K31/415, 31/426, 31/426, 31/427, 31/433, 31/437, 31/44, 31/4402, 31/4439, 31/444, 31/454, 31/4965, 31/505, 31/415, 31/4245, 31/4192, 31/429, 31/455, 31/433, 31/4245, 31/495, A61P3/04, 3/10, 43/00							
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの							
	•						
国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語) STN/CAS							
	5と認められる文献						
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するとき	は、その関連する	箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号			
PA	WO 03/080585 A1 (萬有製薬株式会社) 2 (ファミリーなし)			1-32			
X Y	WO 03/000267 A1 (ASTRAZENECA AB) 200 & EP 1404335 A1	3. 01. 03	۰	1-8, 11, 30-32 9, 10, 12-15, 16-29			
□ C畑の徳さ	にも文献が列挙されている。	7	,				
	にも文献が列挙されている。	パテントファ 	マミリーに関する別	紙を参照。			
もの 「E」国際後に 国際後に権主 「L」優先若し、 日本献明に 「O」 「O」	「のある文献ではなく、一般的技術水準を示す」「1 日前の出願または特許であるが、国際出願日 表されたもの 「別 限に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 は他の特別な理由を確立するために引用する「Y 由を付す) る開示、使用、展示等に言及する文献	出願と矛盾す。 の理解のため(」特に関連のあっ の新規性又は う特に関連のあっ 上の文献との、	は優先日後に公表されては優先日後に公表されてはなく、それではなものでするかいとうではがなってと考えまな、当業ないと考えまれる。	当該文献と他の1以 目明である組合せに			

国際調査を完了した日 18.05.2004 国際調査報告の発送日 **08.6.2004** 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 守安 智 野便番号100-8915 東京都千代田区酸が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3452